(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2003年12月18日(18.12.2003)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 03/103654 A1

(51) 国際特許分類7:

A61K 31/167, 31/18, 31/275, 31/381, 31/40, 31/404, 31/4164, 31/421, 31/422, 31/426, 31/433, 31/437, 31/4402, 31/445, 31/451, 31/455, 31/47, 31/498, 31/505, 31/5375, 31/5377, A61P 29/00, 37/06, 43/00, A61K 31/222

(21) 国際出願番号:

PCT/JP03/07119

(22) 国際出願日:

2003 年6 月5 日 (05.06.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

2002年6月10日(10.06.2002) 特願2002-168924

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社 医薬分子設計研究所 (INSTITUTE OF MEDICINAL MOLECULAR DESIGN. INC.) [JP/JP]; 〒113-0033 東 京都 文京区 本郷 5 丁目 2 4番 5 号 角川本郷ビル4F Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 武藤 進 (MUTO,Susumu) [JP/JP]; 〒184-0003 東京都 小金井市 緑町 1-6-7 メイプルコーポB202 Tokyo (JP). 板井 昭子 (ITAI,Akiko) [JP/JP]; 〒113-0033 東京都 文 京区 本郷5丁目24番5号 角川本郷ビル4F 株式 会社医薬分子設計研究所内 Tokyo (JP).

- (74) 代理人: 特許業務法人特許事務所サイクス (SIKS & CO.); 〒104-0031 東京都中央区 京橋一丁目 8番7号 京橋日殖ビル8階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, . LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, . NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許。 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), . OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

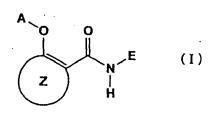
添付公開書類:

国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、 定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: NF-κ B ACTIVATION INHIBITORS

(54) 発明の名称: NF-KB活性化阻害剤



(57) Abstract: Drugs having an inhibitory activity against NF-KB activation, which contain as the active ingredient substances selected from the group consisting of compounds represented by the general formula (I), pharmacologically acceptable salts thereof, and hydrates and solvates of both: (I) wherein A is hydrogen or acetyl; E is 2,5or 3,5-disubstituted phenyl or an optionally substituted monocyclic or fused-polycyclic heteroaryl group (exclusive of (1) fused -polycyclic heteroaryl whose benzene ring is bonded directly to the -CONH- group, (2) unsubstituted

thiazol-2-yl, and (3) unsubstituted benzothiazol-2-yij; and L is arche which may have a second and efficient above) or represented by the general formulae: -O-A (wherein A is as defined above) and -CONH-E (wherein E is as defined above) or represented by the general formulae: -O-A (wherein A is as heteroarene which may have a substituent in addition to the groups represented by the general formulae: -O-A (wherein A is as defined above) and -CONH-E (wherein E is as defined above).

(57) 要約:

下記一般式(I):

(式中、

Aは、水素原子又はアセチル基を表し、

Eは、2,5-ジ置換若しくは3,5-ジ置換基フェニル基、又は置換基を有していてもよい単環式若しくは縮合多環式へテロアリール基(ただし、該へテロアリール基が、①式(I)中の-CONH-基に直結する環がベンゼン環である縮合多環式へテロアリール基、②無置換のチアゾール-2-イル基、及び③無置換のベンゾチアゾール-2-イル基である場合を除く)を表し、

環 Z は、式 - O - A(式中、A は上記定義と同義である)及び式 - C O N H - E(式中、E は上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいアレーン、又は式 - O - A(式中、A は上記定義と同義である)及び式 - C O N H - E(式中、E は上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいへテロアレーンを表す)で表される化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及び溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含み、N F - κ B 活性化阻害作用を有する医薬。

明細書

NF- KB活性化阻害剤

技術分野

本発明は、NF-κB活性化阻害作用を有する医薬に関する。

背景技術

炎症はさまざまな侵襲に対する基本的な生体防御反応であり、そこでは炎症性メディエーターであるインターロイキン(I L)-1、TNF $-\alpha$ (腫瘍壊死因子)やプロスタグランジンE 2(PGE 2)が重要な役割を担っていることが知られている。炎症性サイトカインや炎症性細胞接着因子の遺伝子解析が進み、これらが共通の転写因子(転写調節因子とも呼ぶ)で制御されていることが明らかになってきた。この転写因子がNF $-\kappa$ B(NF κ Bと記されることもある)と呼ばれているタンパク質である(「ヌクレイック・アシッズ・リサーチ(Nucleic Acids Research)」,(英国),1986年,第14巻,第20号,p.7897-7914;「コールド・スプリング・ハーバー・シンポジア・オン・クオンティテイティブ・バイオロジー(Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology)」,(米国),1986年,第51巻,第1部,p.611-624)。このNF $-\kappa$ Bはp65(Rel Aとも称する)とp50 (NF $-\kappa$ B-1とも

このNF- κ Bはp65 (ReI Aとも称する) とp50 (NF- κ B-1とも称する) とのヘテロ二量体(複合体とも称する)であり、通常、外界刺激の無い状態では $I-\kappa$ Bと結合し、不活性型として細胞質に存在する。 $I-\kappa$ Bはさまざまな外界刺激(酸化的ストレス、サイトカイン、リポ多糖、ウィルス、UV、フリーラジカル、プロテインキナーゼCなど)によってリン酸化を受けユビキチン化し、その後プロテアゾームで分解される(「ジーンズ・アンド・ディベロップメント(Genes & Development)」,(米国),1995年,第9巻,第22号,p.2723-2735)。 $I-\kappa$ Bから離れたNF- κ Bは速やかに核内に移行し、

NF-κBの認識配列を持つプロモーター領域に結合することにより、転写因子としての役割を果たしている。

最近、抗炎症剤として汎用されているアスピリンにシクロオキシゲナーゼ阻害作用以外の作用機序が想定されており、これらNF $-\kappa$ B活性化抑制によるものであることが知られている(「サイエンス(Science)」,(米国),1994年,第265巻,p.956-959)。さらに、アスピリンは $I\kappa$ Bキナーゼである I KK $-\beta$ にATPと競合して可逆的に結合し、 $I\kappa$ Bのリン酸化を阻害することで、NF $-\kappa$ Bの遊離、活性化を抑制していることが明らかになった(「ネイチャー(Nature)」,(英国),1998年,第396巻,p.77-80)。しかし、十分にNF $-\kappa$ B活性化を抑制するためには大用量のアスピリンを投与する必要があり、プロスタグランジン合成阻害による胃腸障害や抗血液凝固作用による出血傾向の増大等の副作用発生が高い確率で起こりえる可能性があることから、長期使用には適さない。

アスピリン以外にもNF $-\kappa$ B活性化抑制作用を有していることが明らかになった薬剤が知られている。デキサメタゾンなどのグルココルチコイド(ステロイドホルモン)はその受容体(グルココルチコイド受容体と呼ばれている)と結合することによってNF $-\kappa$ B活性化を抑制しているが(「サイエンス(Science)」,(米国),1995年,第270巻,p. 283-286)、感染症の増悪、消化

性潰瘍の発生、骨密度の低下、中枢作用などの重篤な副作用があることより長期 使用に適さない。免疫抑制剤であるイソキサゾール系薬剤レフルノミドもNFκ B抑制作用を有しているが(「ジャーナル・オブ・イムノロジー(Journal of Immunology)」,(米国),1999年,第162巻,第4号,p. 2095-21 0 2) 、重篤な副作用があることからこれも長期使用には適さない。その他、N F-κB活性化阻害剤としては、置換ピリミジン誘導体(特表平11-5123 99号公報、及び「ジャーナル・オブ・メディシナルケミストリー (Journal of Medicinal Chemistry)」,(米国),1998年,第41巻,第4号,p. 413-419)、キサンチン誘導体(特開平9-227561号公報)、イソキノリン 誘導体(特開平10-87491号公報)、インダン誘導体(国際公開第00/ 05234号パンフレット)、N-フェニルサリチルアミド誘導体(国際公開第9 9/65499号パンフレット、及び国際公開第02/076918号パンフレ ット)、エポキシキノマイシンC、D及びその誘導体(特開平10-45738 号公報、及び「バイオオーガニック・アンド・メディシナルケミストリー・レタ ーズ (Bioorganic & Medicinal Chemistry Lettters)」, (英国), 2000年, 第 10巻, 第9号, p. 865-869) が知られている。また、国際公開第02 /051397号パンフレットには、N-フェニルサリチルアミド誘導体がサイト カイン産生抑制剤として開示されている。

発明の開示

本発明の課題は、NF $-\kappa$ B活性化阻害作用を有する医薬を提供することにある。本発明者らは、上記の課題を解決すべく、コンピューター利用の分子設計技術によりリガンドのタンパク質立体構造に基づく化合物 3 次元データベース自動検索プログラムを用い、Sigma-Aldrich、Aldrich、Maybridge、Specs、Bionet、Labotest、Lancaster、Tocris、東京化成、和光純薬等で市販されている化合物データベースに登録されている化合物の中からヴァーチャルスクリーニングによりNF $-\kappa$ B活性化阻害化合物の探索を実施した。また、スクリーニングにより選抜された候

補化合物について $TNF\alpha$ 刺激による $NF-\kappa$ B活性化抑制作用をレポーターアッセイ法にて確認し、活性が確認された化合物については、その周辺化合物の合成を行い、さらに $TNF\alpha$ 刺激下での炎症性メディエーター遊離抑制作用について検討し、本発明を完成するに至った。

すなわち、本発明は、

(1) 下記一般式 (I):

(式中、

Aは、水素原子又はアセチル基を表し、

Eは、2,5-ジ置換若しくは3,5-ジ置換基フェニル基、又は置換基を有していてもよい単環式若しくは縮合多環式へテロアリール基(ただし、該へテロアリール基が、①式(I)中の-CONH-基に直結する環がベンゼン環である縮合多環式へテロアリール基、②無置換のチアゾール-2-イル基、及び③無置換のベンゾチアゾール-2-イル基である場合を除く)を表し、

環 Z は、式 - O - A(式中、Aは上記定義と同義である)及び式 - CONH - E(式中、E は上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいアレーン、又は式 - O - A(式中、A は上記定義と同義である)及び式 - C O N H - E(式中、E は上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいヘテロアレーンを表す)で表される化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及び溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含み、N F - κ B 活性化阻害作用を有する医薬である。

本発明の好ましい医薬としては、

(2) Aが水素原子である化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれ

らの水和物及び溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含む上記 の医薬、

- (3) 環Zが、 $C_6 \sim C_{10}$ のアレーン(該アレーンは、式-O-A(式中、Aは -般式(I)における定義と同義である)及び式-CONH-E(式中、Eは一般式(I)における定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよい)、又は5ないし10員の $^{\circ}$ クテロアレーン(該 $^{\circ}$ クテロアレーンは、式-O-A(式中、Aは一般式(I)における定義と同義である)及び式-CONH-E(式中、Eは一般式(I)における定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよい)である化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及び溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬、
- (4) 環 Z が、式 O A (式中、A は一般式 (I) における定義と同義である) 及び式 C O N H E (式中、E は一般式 (I) における定義と同義である) で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいベンゼン環、又は式 O A (式中、A は一般式 (I) における定義と同義である) 及び式 C O N H E (式中、E は一般式 (I) における定義と同義である) で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいナフタレン環である化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及び溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬、
- (5) 環Zが、式-O-A(式中、Aは一般式(I)における定義と同義である)及び式-CONH-E(式中、Eは一般式(I)における定義と同義である)で表される基の他にハロゲン原子をさらに有するベンゼン環である化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及び溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含み、 $NF-\kappa$ B活性化阻害作用を有する医薬、
- (6) 環 Z が、式 O A (式中、A は一般式 (I) における定義と同義である) 及び式 C O N H E (式中、E は一般式 (I) における定義と同義である) で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいナフタレン環である化合物及

び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及び溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬、

- (7) Eが、2,5-ジ置換又は3,5-ジ置換基フェニル基である化合物及び 薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及び溶媒和物からなる群か ら選ばれる物質を有効成分として含み、NF- κ B活性化阻害作用を有する医薬、
- (8) Eが、2,5-ジ置換フェニル基(該置換基のうち少なくとも1個はトリフルオロメチル基である)、又は3,5-ジ置換フェニル基(該置換基のうち少なくとも1個はトリフルオロメチル基である)である化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及び溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬、
- (9) Eが、3,5ービス(トリフルオロメチル)フェニル基である化合物及び 薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及び溶媒和物からなる群か ら選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬、
- (10) Eが、置換基を有していてもよい単環式若しくは縮合多環式へテロアリール基(ただし、該へテロアリール基が、①式(I)中の-CONH-基に直結する環がベンゼン環である縮合多環式へテロアリール基、②無置換のチアゾール-2-イル基、及び③無置換のベンゾチアゾール-2-イル基である場合を除く)である化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及び溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬、
- (11) Eが、置換基を有していてもよい5員の単環式へテロアリール基(ただし、該へテロアリール基が、無置換のチアゾールー2ーイル基である場合を除く)である化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及び溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬を挙げることができる。

別の観点からは、本発明により、上記の(1) \sim (11)の医薬の製造のための上記の各物質の使用、及び上記の各物質を含むNF - κ B活性化阻害剤が提供される。

また、本発明により、ヒトを含む哺乳類動物においてNF - κ B活性化を阻害する方法であって、上記の各物質の有効量をヒトを含む哺乳類動物に投与する工程を含む方法が提供される。

図面の簡単な説明

第1図は、本発明の医薬のマウスのコラーゲン性関節炎に対する抑制作用を示し た図である。

第2図は、本発明の医薬の即時型アレルギー反応抑制作用を示した図である。

発明を実施するための最良の形態

本発明の理解のために「国際公開第02/49632号パンフレット」の開示を参照することは有用である。上記「国際公開第02/49632号パンフレット」の開示の全てを参照として本明細書の開示に含める。

本明細書において用いられる用語の意味は以下の通りである。

「ハロゲン原子」としては、特に言及する場合を除き、弗素原子、塩素原子、臭素原子、又は沃素原子のいずれを用いてもよい。

「炭化水素基」としては、例えば、脂肪族炭化水素基、アリール基、アリーレン 基、アラルキル基、架橋環式炭化水素基、スピロ環式炭化水素基、及びテルペン 系炭化水素等が挙げられる。

「脂肪族炭化水素基」としては、例えば、アルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アルキレン基、アルケニレン基、アルキリデン基等の直鎖状又は分枝鎖状の1価若しくは2価の非環式炭化水素基;シクロアルキル基、シクロアルケニル基、シクロアルカンジエニル基、シクロアルキルーアルキル基、シクロアルキレン基、シクロアルケニレン基等の飽和又は不飽和の1価若しくは2価の脂環式炭化水素基等が挙げられる。

「アルキル基」としては、例えば、メチル、エチル、n-プロピル、イソプロピル、n-ブチル、イソブチル、sec-ブチル、tert-ブチル、n-ペンチ

ル、イソペンチル、2-メチルブチル、1-メチルブチル、ネオペンチル、1, 2-ジメチルプロピル、1-エチルプロピル、n-ヘキシル、4-メチルペンチル、3-メチルペンチル、2-メチルペンチル、1-メチルペンチル、3, 3-ジメチルブチル、2, 2-ジメチルブチル、1, 1-ジメチルブチル、1, 2-ジメチルブチル、1, 3-ジメチルブチル、2, 3-ジメチルブチル、2-エチルブチル、1-エチルブチル、1-エチルブナル、1-エチルプロピル、1-エチルブリンデンル、1-エチルブリンデンル、1-エチルブリンデンル、1-エチル、1-エチルブリンデンル、1-エチル、1-エチル、1-エチル、1-エチルプロピル、1-エチルプロピル、1-エチル、1-エチルプロピル、1-エチル、1-エチル、1-エチル、1-エチルのででできる。1-エチル、1-エチル 1-エチル 1-エチル

「アルケニル基」としては、例えば、ビニル、プロパー1ーエンー1ーイル、ア リル、イソプロペニル、ブター1ーエンー1ーイル、ブター2ーエンー1ーイル、 プター3-エンー1-イル、2-メチルプロパー2-エン-1-イル、1-メチ ルプロパー2ーエンー1ーイル、ペンター1ーエンー1ーイル、ペンター2ーエ ン-1-イル、ペンター3-エン-1-イル、ペンター4-エン-1-イル、3 ーメチルブター2-エン-1-イル、3-メチルブター3-エン-1-イル、ヘ キサー1-エンー1-イル、ヘキサー2-エンー1-イル、ヘキサー3-エンー 1-イル、ヘキサー4-エンー1-イル、ヘキサー5-エンー1-イル、4-メ チルペンター3ーエンー1ーイル、4ーメチルペンター3ーエンー1ーイル、へ プター1ーエンー1ーイル、ヘプター6ーエンー1ーイル、オクター1ーエンー 1-イル、オクター7-エン-1-イル、ノナ-1-エン-1-イル、ノナー8 ーエン-1-イル、デカ-1-エン-1-イル、デカ-9-エン-1-イル、ウ ンデカー1ーエンー1ーイル、ウンデカー10-エンー1ーイル、ドデカー1ー エン-1-イル、ドデカ-11-エン-1-イル、トリデカ-1-エン-1-イ ル、トリデカー12-エンー1-イル、テトラデカー1-エンー1-イル、テト ラデカー13-エンー1-イル、ペンタデカー1-エンー1-イル、ペンタデカ -14-エン-1-イル等の C_2 ~ C_{15} の直鎖状又は分枝鎖状のアルケニル基が 挙げられる。

WO 03/103654 PCT/JP03/07119 T

「アルキニル基」としては、例えば、エチニル、プロパー1ーインー1ーイル、プロパー2ーインー1ーイル、ブター1ーインー1ーイル、ブター3ーインー1ーイル、1ーメチルプロパー2ーインー1ーイル、ペンター4ーインー1ーイル、ヘキサー1ーインー1ーイル、ヘキサー5ーインー1ーイル、ヘプター4ーインー1ーイル、ヘキサー1ーインー1ーイル、ヘキサー5ーインー1ーイル、ヘプター1ーインー1ーイル、オクター7ーインー1ーイル、ノナー1ーインー1ーイル、ブカー1ーインー1ーイル、デカー1ーインー1ーイル、デカー1ーインー1ーイル、デカー1ーインー1ーイル、ドデカー1ーインー1ーイル、ドデカー1ーインー1ーイル、トリデカー1ーインー1ーイル、トリデカー1ーインー1ーイル、トリデカー1ーインー1ーイル、テトラデカー1コーインー1ーイル、ペンタデカー1ーインー1ーイル、ペンタデカー14ーインー1ーイル、ペンタデカー14ーインー1ーイル、ペンタデカー14ーインー1ーイル、キュェールをのて2~ C_{15} の直鎖状又は分枝鎖状のアルキニル基が挙げられる。

「アルキレン基」としては、例えば、メチレン、エチレン、エタンー1, $1-\tilde{y}$ イル、プロパンー1, $3-\tilde{y}$ イル、プロパンー1, $2-\tilde{y}$ イル、プロパンー2, $2-\tilde{y}$ イル、ブタンー1, $4-\tilde{y}$ イル、ペンタンー1, $5-\tilde{y}$ イル、ヘキサンー1, $6-\tilde{y}$ イル、1, 1, 4, $4-\tilde{y}$ トラメチルブタンー1, $4-\tilde{y}$ イル等のC $_1$ ~ C_8 の直鎖状又は分枝鎖状のアルキレン基が挙げられる。

「アルケニレン基」としては、例えば、エテンー 1,2 ージイル、プロペンー 1,3 ージイル、ブター 1 ーエンー 1,4 ージイル、ブター 2 ーエンー 1,4 ージイル、2 ーメチルプロペンー 1,3 ージイル、ペンター 2 ーエンー 1,5 ージイル、ヘキサー 3 ーエンー 1,6 ージイル等の C_1 ~ C_6 の直鎖状又は分枝鎖状のアルキレン基が挙げられる。

「アルキリデン基」としては、例えば、メチリデン、エチリデン、プロピリデン、イソプロピリデン、ブチリデン、ペンチリデン、ヘキシリデン等の $C_1 \sim C_6$ の直鎖状又は分枝鎖状のアルキリデン基が挙げられる。

「シクロアルキル基」としては、例えば、シクロプロピル、シクロブチル、シク

ロペンチル、シクロヘキシル、シクロヘプチル、シクロオクチル等の $C_3 \sim C_8$ のシクロアルキル基が挙げられる。

なお、上記「シクロアルキル基」は、ベンゼン環、ナフタレン環等と縮環していてもよく、例えば、1-インダニル、2-インダニル、1, 2, 3, 4-テトラヒドロナフタレン-1-イル、1, 2, 3, 4-テトラヒドロナフタレン-2-イル等の基が挙げられる。

「シクロアルケニル基」としては、例えば、2-シクロプロペン-1-イル、2-シクロプテン-1-イル、2-シクロペンテン-1-イル、3-シクロペンテン-1-イル、2-シクロヘキセン-1-イル、3-シクロヘキセン-1-イル、1-シクロプテン-1-イル、 $1-シクロペンテン-1-イル等の<math>C_3\sim C_6$ のシクロアルケニル基が挙げられる。

なお、上記「シクロアルケニル基」は、ベンゼン環、ナフタレン環等と縮環していてもよく、例えば、1-4ンダニル、2-4ンダニル、1, 2, 3, 4-テトラヒドロナフタレン-<math>1-4ル、1, 2, 3, 4-テトラヒドロナフタレン-<math>2ーイル、1-4ンデニル、2-4ンデニル等の基が挙げられる。

「シクロアルカンジエニル基」としては、例えば、2, 4 — シクロペンタンジエンー1 — イル、2, 4 — シクロヘキサンジエンー1 — イル、2, 5 — シクロヘキサンジエンー1 — イル等の C_5 \sim C_6 のシクロアルカンジエニル基が挙げられる。なお、上記「シクロアルカンジエニル基」は、ベンゼン環、ナフタレン環等と縮環していてもよく、例えば、1 — インデニル、2 — インデニル等の基が挙げられる。

「シクロアルキルーアルキル基」としては、「アルキル基」の1つの水素原子が、「シクロアルキル基」で置換された基が挙げられ、例えば、シクロプロピルメチル、1ーシクロプロピルエチル、2ーシクロプロピルエチル、3ーシクロプロピルイチル、6ーシルプロピル、4ーシクロプロピルブチル、5ーシクロプロピルペンチル、6ーシクロプロピルへキシル、シクロブチルメチル、シクロペンチルメチル、シクロブチルメチル、シクロペンチルメチル、シクロペンチルメチル、シクロへキシルプ

ロピル、シクロヘキシルブチル、シクロヘプチルメチル、シクロオクチルメチル、 6-シクロオクチルヘキシル等の $C_4\sim C_{14}$ のシクロアルキルーアルキル基が挙 げられる。

「シクロアルキレン基」としては、例えば、シクロプロパンー1,1 ージイル、シクロプロパンー1,2 ージイル、シクロブタンー1,1 ージイル、シクロブタンー1,1 ージイル、シクロペンタンー1,1 ージイル、シクロペンタンー1,1 ージイル、シクロペンタンー1,1 ージイル、シクロペンタンー1,1 ージイル、シクロペナサンー1,1 ージイル、シクロヘキサンー1,1 ージイル、シクロヘキサンー1,1 ージイル、シクロヘキサンー1,1 ージイル、シクロヘプタンー1,1 ージイル、シクロヘプタンー1,1 ージイル、シクロペプタンー1,1 ージイル、シクロオクタンー1,1 ージイル等の1 ージイル等の1 ージイル、シクロオクタンー1,1 ージイル、シクロオクタンー1,1 ージイル等の1 ージイル、シクロオクタンー1,1 ージイル等の1 ージイル、シクロオクタンー1,1 ージイル等の1 ージイル等の1 ージイル・シクロオクタンー1,1 ージイル等の1 ージイル・シクロオクタンー1,1 ージイル等の1 ージイル・シクロオクタンー1,1 ージイル・シクロオクタンー1,1 ージイル・シクロオクタンー1,1 ージイル・シクロオクタンー1,1 ージイル・シクロオクタンー1,1 ージイル・シクロオクタンー1,1 ージイル・シクロオクタンー1,1 ージイル・シクロオクタンー1,1 ージイル・シクロオクタンー1,1 ージイル・シクロインタンー1,1 ージイル・シクロインタンンー2 ージイル・シクロインタンン

「シクロアルケニレン基」としては、例えば、2-シクロプロペン-1, 1-ジイル、2-シクロプテン-1, 1-ジイル、2-シクロペンテン-1, 1-ジイル、3-シクロペンテン-1, 1-ジイル、2-シクロペキセン-1, 1-ジイル、2-シクロペキセン-1, 1-ジイル、2-シクロペキセン-1, 4-ジイル、3-シクロペキセン-1, 1-ジイル、1-シクロペキセン-1, 1-ジイル、1-シクロペンテン-1, 2-ジイル、1-シクロペンテン-1, 2-ジイル、1-シクロペンテン-1, 2-ジイル、1-シクロペンテン-1, 2-ジイル等の $C_3\sim C_6$ のシクロアルケニレン基が挙げられる。

「アリール基」としては、単環式又は縮合多環式芳香族炭化水素基が挙げられ、 例えば、フェニル、1ーナフチル、2ーナフチル、アントリル、フェナントリル、 アセナフチレニル等の $C_6 \sim C_{14}$ のアリール基が挙げられる。

なお、上記「アリール基」は、上記「 $C_3 \sim C_8$ のシクロアルキル基」、「 $C_3 \sim C_6$ のシクロアルケニル基」、又は「 $C_5 \sim C_6$ のシクロアルカンジエニル基」等と縮環していてもよく、例えば、4-インダニル、5-インダニル、1, 2, 3, 4-テトラヒドロナフタレン-5-イル、1, 2, 3, 4-テトラヒドロナフタレン-6-イル、3-アセナフテニル、4-アセナフテニル

インデン-5-イル、インデン-6-イル、インデン-7-イル、4-フェナレニル、5-フェナレニル、6-フェナレニル、7-フェナレニル、8-フェナレニル、9-フェナレニル等の基が挙げられる。

「アリーレン基」としては、例えば、1, 2-フェニレン、1, 3-フェニレン、1, 4-フェニレン、ナフタレン-1, 2-ジイル、ナフタレン-1, 3-ジイル、ナフタレン-1, 4-ジイル、ナフタレン-1, 5-ジイル、ナフタレン-1, 6-ジイル、ナフタレン-1, 7-ジイル、ナフタレン-1, 8-ジイル、ナフタレン-2, 3-ジイル、ナフタレン-2, 4-ジイル、ナフタレン-2, 5-ジイル、ナフタレン-2, 6-ジイル、ナフタレン-2, 7-ジイル、ナフタレン-2, 8-ジイル、アントラセン-1, 4-ジイル等の $C_6 \sim C_{14}$ のアリーレン基が挙げられる。

「アラルキル基」としては、「アルキル基」の1つの水素原子が、「アリール基」で置換された基が挙げられ、例えば、ベンジル、1ーナフチルメチル、2ーナフチルメチル、アントラセニルメチル、フェナントレニルメチル、アセナフチレニルメチル、ジフェニルメチル、1ーフェネチル、2ーフェネチル、1ー(1ーナフチル)エチル、1ー(2ーナフチル)エチル、2ー(1ーナフチル)エチル、2ー(2ーナフチル)エチル、3ーフェニルプロピル、3ー(1ーナフチル)プロピル、3ー(2ーナフチル)プロピル、4ーフェニルブチル、4ー(1ーナフチル)ブチル、4ー(2ーナフチル)ブチル、5ーフェニルペンチル、5ー(1ーナフチル)ペンチル、5ー(2ーナフチル)ペンチル、6ーフェニルへキシル、6ー(1ーナフチル)へキシル、6ー(2ーナフチル)へキシル、6ー(1ーナフチル)のキシル、6ー(2ーナフチル)へキシル等の $C_7 \sim C_{16}$ のアラルキル基が挙げられる。

「架橋環式炭化水素基」としては、例えば、ビシクロ [2.1.0] ペンチル、ビシクロ [2.2.1] ヘプチル、ビシクロ [2.2.1] オクチル、アダマンチル等の基が挙げられる。

「スピロ環式炭化水素基」、としては、例えば、スピロ[3.4]オクチル、スピロ[4.5]デカー1,6ージエニル等の基が挙げられる。

「テルペン系炭化水素」としては、例えば、グラニル、ネリル、リナリル、フィチル、メンチル、ボルニル等の基が挙げられる。

「ハロゲン化アルキル基」としては、「アルキル基」の1つの水素原子が「ハロゲン原子」で置換された基が挙げられ、例えば、フルオロメチル、ジフルオロメチル、リフルオロメチル、クロロメチル、ジクロロメチル、トリクロロメチル、ブロモメチル、ジブロモメチル、トリブロモメチル、ヨードメチル、ジョードメチル、トリヨードメチル、2,2,2ートリフルオロエチル、ペンタフルオロエチル、3,3,3ートリフルオロプロピル、ヘプタフルオロプロピル、ヘプタフルオロイソプロピル、ノナフルオロブチル、パーフルオロヘキシル等の1乃至13個のハロゲン原子で置換された $C_1 \sim C_6$ の直鎖状又は分枝鎖状のハロゲン化アルキル基が挙げられる。

「ヘテロ環基」としては、例えば、環系を構成する原子(環原子)として、酸素原子、硫黄原子及び窒素原子等から選択されたヘテロ原子1乃至3種を少なくとも1個含む単環式又は縮合多環式ヘテロアリール基、並びに、環系を構成する原子(環原子)として、酸素原子、硫黄原子及び窒素原子等から選択されたヘテロ原子1乃至3種を少なくとも1個含む単環式又は縮合多環式非芳香族ヘテロ環基が挙げられる。

「単環式へテロアリール基」としては、例えば、2-フリル、3-フリル、2-チエニル、3-チエニル、1-ピロリル、2-ピロリル、3-ピロリル、2ーオ キサゾリル、4-オキサゾリル、5-オキサゾリル、3-イソオキサゾリル、4 -イソオキサゾリル、5-イソオキサゾリル、2-チアゾリル、4-チアゾリル、 5-チアゾリル、3-イソチアゾリル、4-イソチアゾリル、5-イソチアゾリ ル、1-イミダゾリル、2-イミダゾリル、4-イミダゾリル、5-イミダゾリ ル、1-ピラゾリル、3-ピラゾリル、4-ピラゾリル、5-ピラゾリル、(1, 2, 3-オキサジアゾール) -4-イル、(1, 2, 3-オキサジアゾール) -5 -イル、(1, 2, 4-オキサジアゾール) -3-イル、(1, 2, 4-オキサジ アゾール) -5-イル、(1, 2, 5-オキサジアゾール) -3-イル、(1, 2,

5-オキサジアゾール)-4-イル、(1,3,4-オキサジアゾール)-2-イ ル、(1, 3, 4ーオキサジアゾール) -5ーイル、フラザニル、(1, 2, 3-2. 4ーチアジアゾール) -3ーイル、(1, 2, 4ーチアジアゾール) -5ーイ ル、(1, 2, 5ーチアジアゾール) -3ーイル、(1, 2, 5ーチアジアゾール) -1, 2, 3-トリアゾール) -4-イル、(1H-1, 2, 3-トリアゾール)-5-イル、(2H-1, 2, 3-トリアゾール) -2-イル、(2H-1, 2,3-トリアゾール) -4-イル、(1H-1, 2, 4-トリアゾール) -1-イル、 (1H-1, 2, 4-トリアゾール) -3-イル、<math>(1H-1, 2, 4-トリアゾ(4H-1, 2, 4-) アゾール) (4H-1, 2, 4-) アゾール) (4H-1, 2, 4-)2、4-トリアゾール)-4-イル、(1H-テトラゾール)-1-イル、(1H ーテトラゾール) -5-イル、(2H-テトラゾール) -2-イル、(2H-テト ラゾール) -5-イル、2-ピリジル、3-ピリジル、4-ピリジル、3-ピリ ダジニル、4ーピリダジニル、2ーピリミジニル、4ーピリミジニル、5ーピリ ミジニル、2ーピラジニル、(1, 2, 3ートリアジン) -4-イル、(1, 2, 3-トリアジン) -5-イル、(1, 2, 4-トリアジン) -3-イル、(1, 2,4-トリアジン) -5-イル、(1, 2, 4-トリアジン) -6-イル、(1, 3, 4-トリアジン) -6-イル、(1, 3, 4-トリアジン) 5-トリアジン) -2-イル、1-アゼピニル、1-アゼピニル、2-アゼピニ ル、3-アゼピニル、4-アゼピニル、(1,4-オキサゼピン)-2-イル、(1, 4-オキサゼピン) -3-イル、(1, 4-オキサゼピン) -5-イル、(1, 4)-オキサゼピン) -6 -イル、(1, 4 - オキサゼピン) -7 - イル、(1, 4 -チアゼピン) -2-イル、(1, 4-チアゼピン) -3-イル、(1, 4-チアゼ ピン) -5- -1ル、(1, 4-チアゼピン) -6- -1ル、(1, 4-チアゼピン) -7-イル等の5乃至7員の単環式へテロアリール基が挙げられる。

「縮合多環式へテロアリール基」としては、例えば、2-ベンゾフラニル、3-

ベンゾフラニル、4ーベンゾフラニル、5ーベンゾフラニル、6ーベンゾフラニ ル、7-ベンゾフラニル、1-イソベンゾフラニル、4-イソベンゾフラニル、 5ーイソベンゾフラニル、2ーベンゾ [b] チエニル、3ーベンゾ [b] チエニ ル、4 - ベンゾ [b] チエニル、5 - ベンゾ [b] チエニル、6 - ベンゾ [b] チエニル、7ーベンゾ [b] チエニル、1ーベンゾ [c] チエニル、4ーベンゾ [c] チエニル、5 ーベンゾ[c] チエニル、1 ーインドリル、1 ーインドリル、 2ーインドリル、3ーインドリル、4ーインドリル、5ーインドリル、6ーイン ドリル、7-インドリル、(2H-イソインドール) -1-イル、(2H-イソイ ンドール)-2-イル、(2H-イソインドール)-4-イル、(2H-イソイン ドール) -5 - 1 (1H-1ンダゾール) -1 - 1 (1H-1ンダゾール) -3-1ル、(1H-1)インダゾール)-4-1イル、(1H-1)インダゾール)-5-1イル、(1H-1)イル、(1H-1)イル、(1H-1)イル、(1H-1)(2H-インダゾール) -1-イル、<math>(2H-インダゾール) -2-イル、(2Hーインダゾール) -4-イル、(2H-インダゾール) -5-イル、2-ベンゾオ キサゾリル、2-ベンゾオキサゾリル、4-ベンゾオキサゾリル、5-ベンゾオ キサゾリル、6 ーベンゾオキサゾリル、7 ーベンゾオキサゾリル、(1.2 ーベン **ゾイソオキサゾール)-3-イル、(1,2-ベンゾイソオキサゾール)-4-イ** ル、(1, 2-ベンゾイソオキサゾール) -5-イル、(1, 2-ベンゾイソオキ サゾール) -6 -1ル、(1, 2 -ベンゾイソオキサゾール) -7 -1ル、(2, 3)1 - ベンゾイソオキサゾール) - 3 - イル、(2, 1 - ベンゾイソオキサゾール)-4-イル、(2, 1-ベンゾイソオキサゾール) -5-イル、(2, 1-ベンゾ イソオキサゾール) ー 6 ーイル、(2, 1 ーベンゾイソオキサゾール) ー 7 ーイル、 2-ベンゾチアゾリル、4-ベンゾチアゾリル、5-ベンゾチアゾリル、6-ベ ンゾチアゾリル、7ーベンゾチアゾリル、(1,2ーベンゾイソチアゾール)-3 ーイル、(1, 2-ベンゾイソチアゾール) -4-イル、(1, 2-ベンゾイソチ ーベンゾイソチアゾール) -7-イル、(2, 1-ベンゾイソチアゾール) -3イル、(2, 1ーベンゾイソチアゾール) ー 4 ーイル、(2, 1 ーベンゾイソチア ベンゾイソチアゾール) -7-イル、(1, 2, 3-ベンゾオキサジアゾール) -4-イル、(1, 2, 3-ベンゾオキサジアゾール)-5-イル、(1, 2, 3-ベンゾオキサジアゾール) -6-イル、(1,2,3-ベンゾオキサジアゾール) -7-イル、(2, 1, 3-ベンゾオキサジアゾール) -4-イル、(2, 1, 3 ーベングオキサジアゾール) -5-イル、(1,2,3-ベングチアジアゾール) -4ーイル、(1, 2, 3ーベンゾチアジアゾール)ー5ーイル、(1, 2, 3ー ベンゾチアジアゾール) -6-イル、(1,2,3-ベンゾチアジアゾール) -7 ーイル、(2, 1, 3ーベンゾチアジアゾール) -4ーイル、(2, 1, 3ーベン ゾチアジアゾール) -5-イル、(1H-ベンゾトリアゾール) -1-イル、(1 H-ベンゾトリアゾール)-4-イル、(1H-ベンゾトリアゾール)-5-イル、 (1H-ベンゾトリアゾール)-6-イル、(1H-ベンゾトリアゾール)-7-イル、(2H-ベンゾトリアゾール) -2-イル、(2H-ベンゾトリアゾール) -4-イル、(2H-ベンゾトリアゾール) -5-イル、2-キノリル、3-キノ リル、4ーキノリル、5ーキノリル、6ーキノリル、7ーキノリル、8ーキノリ ル、1-イソキノリル、3-イソキノリル、4-イソキノリル、5-イソキノリ ル、6-イソキノリル、7-イソキノリル、8-イソキノリル、3-シンノリニ ル、4ーシンノリニル、5ーシンノリニル、6ーシンノリニル、7ーシンノリニ ル、8-シンノリニル、2-キナゾリニル、4-キナゾリニル、5-キナゾリニ ル、6ーキナゾリニル、7ーキナゾリニル、8ーキナゾリニル、2ーキノキサリ ニル、5ーキノキサリニル、6ーキノキサリニル、1ーフタラジニル、5ーフタ ラジニル、6ーフタラジニル、2ーナフチリジニル、3ーナフチリジニル、4ー ナフチリジニル、2ープリニル、6ープリニル、7ープリニル、8ープリニル、 2ープテリジニル、4ープテリジニル、6ープテリジニル、7ープテリジニル、 1ーカルバゾリル、2ーカルバゾリル、3ーカルバゾリル、4ーカルバゾリル、 $9-カルバゾリル、<math>2-(\alpha-カルボリニル)、3-(\alpha-カルボリニル)、<math>4-$

 $(\alpha - \pi n \pi u \pi u \pi u)$, $5 - (\alpha - \pi u \pi u \pi u \pi u)$, $6 - (\alpha - \pi u \pi u \pi u)$, 7 $\ell - (\alpha - \pi \mu \pi \mu \pi \mu \pi \mu)$ 、8 - $(\alpha - \pi \mu \pi \mu \pi \mu \pi \mu)$ 、9 - $(\alpha - \pi \mu \pi \mu \pi \mu \pi \mu)$ 、 1-(β-π)ルボニリル)、3-(β-π)ルボニリル)、4-(β-π)ルボニリル)、 5-(β-π)ルボニリル)、6-(β-π)ルボニリル)、7-(β-π)ルボニリル)、 8-(β-π)ルボニリル)、9-(β-π)ルボニリル)、1-(γ-π)ルボリニル)、 $2 - (y - \pi \mu \pi y = \mu x), 4 - (y - \pi \mu \pi y = \mu x), 5 - (y - \pi \mu \pi y = \mu x),$ $6 - (y - \pi \mu \pi y = \mu)$ 、 $7 - (y - \pi \mu \pi y = \mu)$ 、 $8 - (y - \pi \mu \pi y = \mu)$ 、 9- (γ-カルボリニル)、1-アクリジニル、2-アクリジニル、3-アクリジ ニル、4ーアクリジニル、9ーアクリジニル、1ーフェノキサジニル、2ーフェ ノキサジニル、3-フェノキサジニル、4-フェノキサジニル、10-フェノキ サジニル、1ーフェノチアジニル、2ーフェノチアジニル、3ーフェノチアジニ ル、4-フェノチアジニル、10-フェノチアジニル、1-フェナジニル、2-フェナジニル、1ーフェナントリジニル、2ーフェナントリジニル、3ーフェナ ントリジニル、4ーフェナントリジニル、6ーフェナントリジニル、7ーフェナ ントリジニル、8-フェナントリジニル、9-フェナントリジニル、10-フェ ナントリジニル、2-フェナントロリニル、3-フェナントロリニル、4-フェ ナントロリニル、5-フェナントロリニル、6-フェナントロリニル、7-フェ ナントロリニル、8-フェナントロリニル、9-フェナントロリニル、10-フ ェナントロリニル、1ーチアントレニル、2ーチアントレニル、1ーインドリジ ニル、2ーインドリジニル、3ーインドリジニル、5ーインドリジニル、6ーイ ンドリジニル、7ーインドリジニル、8ーインドリジニル、1ーフェノキサチイ ニル、2-フェノキサチイニル、3-フェノキサチイニル、4-フェノキサチイ ニル、チエノ〔2, 3-b〕フリル、ピロロ〔1, 2-b〕ピリダジニル、ピラ ゾロ〔1,5-a〕ピリジル、イミダゾ〔11,2-a〕ピリジル、イミダゾ〔1, 5-a] ピリジル、イミダゾ [1, 2-b] ピリダジニル、イミダゾ [1, 2-b]4ートリアゾロ [4, 3ーa] ピリダジニル等の 8 乃至 1 4 員の縮合多環式ヘテ

ロアリール基が挙げられる。

「単環式非芳香族へテロ環基」としては、例えば、1ーアジリジニル、1ーアゼチジニル、1ーピロリジニル、2ーピロリジニル、3ーピロリジニル、2ーテトラヒドロフリル、チオラニル、1ーイミダゾリジニル、2ーイミダゾリジニル、4ーイミダゾリジニル、1ーピラゾリジニル、3ーピラゾリジニル、4ーピラゾリジニル、1ー(2ーピロリニル)、1ー(2ーイミダゾリニル)、2ー(2ーイミダゾリニル)、1ー(2ーピラゾリニル)、3ー(2ーピラゾリニル)、2ー(2ーイミダゾリニル)、2ー(2ーイミダゾリニル)、3ーピペリジニル、4ーピペリジニル、1ーホモピペリジニル、2ーテトラヒドロピラニル、モルホリノ、(チオモルホリン) ー4ーイル、1ーピペラジニル、1ーホモピペラジニル等の3万至7員の飽和若しくは不飽和の単環式非芳香族へテロ環基が挙げられる。

「縮合多環式非芳香族へテロ環基」としては、例えば、2ーキヌクリジニル、2 ークロマニル、3ークロマニル、4ークロマニル、5ークロマニル、6ークロマ ニル、7ークロマニル、8ークロマニル、1ーイソクロマニル、3ーイソクロマ ニル、4ーイソクロマニル、5ーイソクロマニル、6ーイソクロマニル、7ーイ ソクロマニル、8-イソクロマニル、2-チオクロマニル、3-チオクロマニル、 4ーチオクロマニル、5ーチオクロマニル、6ーチオクロマニル、7ーチオクロ マニル、8-チオクロマニル、1-イソチオクロマニル、3-イソチオクロマニ ル、4-イソチオクロマニル、5-イソチオクロマニル、6-イソチオクロマニ ル、7-イソチオクロマニル、8-イソチオクロマニル、1-インドリニル、2 ーインドリニル、3ーインドリニル、4ーインドリニル、5ーインドリニル、6 ーインドリニル、7ーインドリニル、1ーイソインドリニル、2ーイソインドリ ニル、4-イソインドリニル、5-イソインドリニル、2-(4H-クロメニル)、 3-(4H-クロメニル)、4-(4H-クロメニル)、5-(4H-クロメニル)、6-(4H-クロメニル)、7-(4H-クロメニル)、8-(4H-クロメニル)、 1ーイソクロメニル、3ーイソクロメニル、4ーイソクロメニル、5ーイソクロ メニル、6-イソクロメニル、7-イソクロメニル、8-イソクロメニル、1-

 $(1H- \mbox{${\it H}-{\it H}-{\it$

上記「ヘテロ環基」の中で、環系を構成する原子(環原子)として、結合手を有する窒素原子の他に、酸素原子、硫黄原子及び窒素原子等から選択されたヘテロ原子1乃至3種を有していてもよい単環式又は縮合多環式ヘテロアリール基、並びに、環系を構成する原子(環原子)として、結合手を有する窒素原子の他に、酸素原子、硫黄原子及び窒素原子等から選択されたヘテロ原子1乃至3種を有していてもよい単環式又は縮合多環式非芳香族ヘテロ環基を「環状アミノ基」と称し、例えば、1ーピロリジニル、1ーイミダゾリジニル、1ーピラゾリジニル、1ーオキサゾリジニル、1ーチアゾリジニル、ピペリジノ、モルホリノ、1ーピペラジニル、チオモルホリンー4ーイル、1ーホモピペリジニル、1ーホモピペラジニル、チオモルホリンー4ーイル、1ーホモピペリジニル、1ーホモピペラジニル、2ーピロリンー1ーイル、2ーイミダゾリンー1ーイル、2ーピラゾリンー1ーイル、1ーインドリニル、2ーイソインドリニル、1・2、3、4ーテトラヒドロキノリンー1ーイル、1、2、3、4ーテトラヒドロオノサノリンー2ーイル、1ーピロリル、1ーイミダゾリル、1ーピラゾリル、1ーインドリル、1ーインダゾリル、2ーイソインドリル等の基が挙げられる。

上記「シクロアルキル基」、「シクロアルケニル基」、「シクロアルカンジエニル基」、「アリール基」、「シクロアルキレン基」、「シクロアルケニレン基」、「アリーレン基」、「架橋環式炭化水素基」、「スピロ環式炭化水素基」、及び「ヘテロ環基」を総称して「環式基」と称する。また、該「環式基」の中で、特に「アリール基」、「アリーレン基」、「単環式ヘテロアリール基」、及び「縮合多環式ヘテロアリール基」を総称して「芳香環式基」と称する。

「炭化水素-オキシ基」としては、「ヒドロキシ基」の水素原子が「炭化水素基」で置換された基が挙げられ、「炭化水素」としては、上記「炭化水素基」と同様の基が挙げられる。「炭化水素-オキシ基」としては、例えば、アルコキシ基(アル

キルーオキシ基)、アルケニルーオキシ基、アルキニルーオキシ基、シクロアルキルーオキシ基、シクロアルキルーアルキルーオキシ基等の脂肪族炭化水素ーオキシ基;アリールーオキシ基;アラルキルーオキシ基;アルキレンージオキシ基等が挙げられる。

「アルコキシ基(アルキルーオキシ基)」としては、例えば、メトキシ、エトキシ、n-プロポキシ、イソプロポキシ、n-プトキシ、n-プトキシ、n-プトキシ、n-プトキシ、n-ペンチルオキシ、n-ペンチルオキシ、n-ペンチルオキシ、n-ペンチルオキシ、n-ペンチルオキシ、n-ペンチルオキシ、n-ペンチルオキシ、n-ペンチルオキシ、n-ペンチルオキシ、n-ペンチルオキシ、n-ペンチルオキシ、n-ペンチルオキシ、n-ペンチルオキシ、n-ペンチルオキシ、n-ペンチルオキシ、n-ペンチルオキシ、n-ペンチルブトキシ、n-0、n-0、n-0、n-0、n-0、n-0、n-0、n-0、n-0、n-0、n-0、n-0、n-0、n-0 に n-0 に n-

「アルケニルーオキシ基」としては、例えば、ビニルオキシ、(プロパー1ーエンー1ーイル)オキシ、アリルオキシ、イソプロペニルオキシ、(ブター1ーエンー1ーイル)オキシ、(ブター2ーエンー1ーイル)オキシ、(ブター3ーエンー1ーイル)オキシ、(2ーメチルプロパー2ーエンー1ーイル)オキシ、(1ーメチルプロパー2ーエンー1ーイル)オキシ、(1ーメチルプロパー2ーエンー1ーイル)オキシ、(ペンター1ーエンー1ーイル)オキシ、(ペンター2ーエンー1ーイル)オキシ、(ペンター4ーエンー1ーイル)オキシ、(3ーメチルブター2ーエンー1ーイル)オキシ、(3ーメチルブター3ーエンー1ーイル)オキシ、(ヘキサー3ーエンー1ーイル)オキシ、(ヘキサー2ーエンー1ーイル)オキシ、(ヘキサー3ーエンー1ーイル)オキシ、(ヘキサー4ーエンー1ーイル)オキシ、(ヘキサー5ーエ

ンー1ーイル)オキシ、(4ーメチルペンター3ーエンー1ーイル)オキシ、(4ーメチルペンター3ーエンー1ーイル)オキシ、(nプター1ーエンー1ーイル)オキシ、(nプター1ーエンー1ーイル)オキシ、(nプター1ーエンー1ーイル)オキシ、(nプターn0ーエンーn1ーイル)オキシ、(n0 ターn1ーエンーn1ーイル)オキシ、(n0 ターn1ーエンーn1ーイル)オキシ、(n0 クースンーn1ーイル)オキシ、(n0 クースンーn1ーイル)オキシ、(n0 クースンーn1ーイル)オキシ、(n0 アデカーn1 のーエンーn1ーイル)オキシ、(n1 アデカーn1ーエン-n1ーエン

「アルキニルーオキシ基」としては、例えば、エチニルオキシ、(プロパー1ーインー1ーイル)オキシ,(プロパー2ーインー1ーイル)オキシ,(ブター1ーインー1ーイル)オキシ、(ブター3ーインー1ーイル)オキシ、(1ーメチルプロパー2ーインー1ーイル)オキシ、(ペンター1ーインー1ーイル)オキシ、(ペンター4ーインー1ーイル)オキシ、(ヘキサー1ーインー1ーイル)オキシ、(ヘキサー5ーインー1ーイル)オキシ、(ヘプター6ーインー1ーイル)オキシ、(オクター1ーインー1ーイル)オキシ、(オクター7ーインー1ーイル)オキシ、(ナー8ーインー1ーイル)オキシ、(デカー1ーインー1ーイル)オキシ、(デカー9ーインー1ーイル)オキシ、(ヴンデカー1ーインー1ーイル)オキシ、(ウンデカー10ーインー1ーイル)オキシ、(ドデカー11ーインー1ーイル)オキシ、(トリデカー11ーインー1ーイル)オキシ、(トリデカー12ーインー1ーイル)オキシ、(アトラデカー13ーイン)オキシ、(ペンタデカー

「シクロアルキルーオキシ基」としては、例えば、シクロプロポキシ、シクロブトキシ、シクロペンチルオキシ、シクロヘキシルオキシ、シクロペプチルオキシ、シクロオクチルオキシ等の $C_3 \sim C_8$ のシクロアルキルーオキシ基が挙げられる。「シクロアルキルーアルキルーオキシ基」としては、例えば、シクロプロピルメトキシ、1-シクロプロピルエトキシ、2-シクロプロピルエトキシ、3-シクロプロピルプロポキシ、4-シクロプロピルブトキシ、5-シクロプロピルペンチルオキシ、6-シクロプロピルヘキシルオキシ、シクロブチルメトキシ、シクロペンチルメトキシ、シクロブチルメトキシ、シクロペンチルメトキシ、シクロペキシルエトキシ、3-シクロヘキシルプロポキシ、4-シクロヘキシルブトキシ、シクロヘプチルメトキシ、シクロインチルメトキシ、1-シクロヘキシルブトキシ、シクロヘプチルメトキシ、1-シクロヘキシルブトキシ、シクロヘプチルメトキシ、1-0シクロスクチルストキシ、1-0シクロスクテルストキシ、1-0シクロスクテルストキシ、1-0シクロアルキルーオキシ基が挙げられる。

「アリールーオキシ基」としては、例えば、フェノキシ、1ーナフチルオキシ、2ーナフチルオキシ、アントリルオキシ、フェナントリルオキシ、アセナフチレニルオキシ等の $C_6\sim C_{14}$ のアリールーオキシ基が挙げられる。

「アラルキルーオキシ基」としては、例えば、ベンジルオキシ、1-ナフチルメトキシ、2-tフチルメトキシ、アントラセニルメトキシ、フェナントレニルメトキシ、アセナフチレニルメトキシ、ジフェニルメトキシ、1-フェネチルオキシ、2-フェネチルオキシ、1- (1-tフチル) エトキシ、1- (2-tフチル) エトキシ、2- (1-tフチル) エトキシ、2- (2-tフチル) エトキシ、3-フェニルプロポキシ、3- (1-tフチル) プロポキシ、3- (2-tフチル) プロポキシ、4-フェニルブトキシ、4- (1-tフチル) ブトキシ、4- (2-tフチル) ブトキシ、5- (1-tフチル) ペンチルオキシ、5- (1-tフチル) ペンチルオキシ、5- (1-tフチル) ペンチルオキシ、1- (1-tフチル) ペンチルオキシ、1-t (1-tフチル) ペンチルオキシ、1-t (1-tフチル) ペンチルオキシ、1-t (1-t (1-t) ペンチルオキシ、1-t (1-t) ペンチル

オキシ等のC₇~C₁₆のアラルキルーオキシ基が挙げられる。

「アルキレンジオキシ基」としては、例えば、メチレンジオキシ、エチレンジオキシ、1-メチルメチレンジオキシ、1, 1-ジメチルメチレンジオキシ等の基が挙げられる。

「ハロゲン化アルコキシ基(ハロゲン化アルキルーオキシ基)」としては、「ヒドロキシ基」の水素原子が「ハロゲン化アルキル基」で置換された基が挙げられ、例えば、フルオロメトキシ、ジフルオロメトキシ、クロロメトキシ、プロモメトキシ、ヨードメトキシ、トリフルオロメトキシ、トリクロロメトキシ、2,2,2ートリフルオロエトキシ、ペンタフルオロエトキシ、3,3,3ートリフルオロプポキシ、ヘプタフルオロイソプロポキシ、ノナフルオロブトキシ、パーフルオロヘキシルオキシ等の1万至13個のハロゲン原子で置換された $C_1 \sim C_6$ の直鎖状又は分枝鎖状のハロゲン化アルコキシ基が挙げられる。

「ヘテロ環ーオキシ基」としては、「ヒドロキシ基」の水素原子が、「ヘテロ環基」で置換された基が挙げられ、「ヘテロ環」としては、上記「ヘテロ環基」と同様の基が挙げられる。「ヘテロ環ーオキシ基」としては、例えば、単環式ヘテロアリールーオキシ基、縮合多環式ヘテロアリールーオキシ基、単環式非芳香族ヘテロ環ーオキシ基、縮合多環式非芳香族ヘテロ環ーオキシ基等が挙げられる。

「単環式へテロアリールーオキシ基」としては、例えば、3ーチエニルオキシ、 (イソキサゾールー3ーイル) オキシ、(チアゾールー4ーイル) オキシ、2ーピ リジルオキシ、3ーピリジルオキシ、4ーピリジルオキシ、(ピリミジンー4ーイ ル) オキシ等の基が挙げられる。

「縮合多環式へテロアリールーオキシ基」としては、5-インドリルオキシ、(ベンズイミダゾールー2-イル) オキシ、2-キノリルオキシ、3-キノリルオキシ、4-キノリルオキシ等の基が挙げられる。

「単環式非芳香族へテロ環ーオキシ基」としては、例えば、3 ーピロリジニルオキシ、4 ーピペリジニルオキシ等の基が挙げられる。

「縮合多環式非芳香族へテロ環ーオキシ基」としては、例えば、3-インドリニルオキシ、4-クロマニルオキシ等の基が挙げられる。

「炭化水素ースルファニル基」としては、「スルファニル基」の水素原子が、「炭化水素基」で置換された基が挙げられ、「炭化水素」としては、上記「炭化水素基」と同様の基が挙げられる。「炭化水素ースルファニル基」としては、例えば、アルキルースルファニル基、アルキニルースルファニル基、アルキニルースルファニル基、シクロアルキルースルファニル基、シクロアルキルースルファニル基等の脂肪族炭化水素ースルファニル基;アリールースルファニル基、アラルキルースルファニル基等が挙げられる。

「アルキルースルファニル基」としては、例えば、メチルスルファニル、エチル スルファニル、nープロピルスルファニル、イソプロピルスルファニル、nーブ チルスルファニル、イソブチルスルファニル、secーブチルスルファニル、t ertーブチルスルファニル、nーペンチルスルファニル、イソペンチルスルフ アニル、(2ーメチルブチル) スルファニル、(1ーメチルブチル) スルファニル、 ネオペンチルスルファニル、(1,2-ジメチルプロピル)スルファニル、(1-エチルプロピル) スルファニル、n - ヘキシルスルファニル、(4 - メチルペンチ ル) スルファニル、(3-メチルペンチル) スルファニル、(2-メチルペンチル) スルファニル、(1-メチルペンチル)スルファニル、(3,3-ジメチルブチル) スルファニル、(2, 2ージメチルブチル)スルファニル、(1, 1ージメチルブ チル)スルファニル、(1,2-ジメチルブチル)スルファニル、(1,3-ジメ チルブチル)スルファニル、(2,3-ジメチルブチル)スルファニル、(2-エ チルブチル) スルファニル、(1-エチルブチル) スルファニル、(1-エチル-1-メチルプロピル)スルファニル、n-ヘプチルスルファニル、n-オクチル スルファニル、nーノニルスルファニル、nーデシルスルファニル、nーウンデ シルスルファニル、nードデシルスルファニル、nートリデシルスルファニル、 n-テトラデシルスルファニル、n-ペンタデシルスルファニル等の $C_1\sim C_{15}$ の直鎖状又は分枝鎖状のアルキルースルファニル基が挙げられる。

「アルケニルースルファニル基」としては、例えば、ビニルスルファニル、(プロ パー1ーエンー1ーイル)スルファニル、アリルスルファニル、イソプロペニル スルファニル、(ブター1ーエンー1ーイル)スルファニル、(ブター2ーエンー 1-イル)スルファニル、(ブター3-エンー1-イル) スルファニル、(2-メ チルプロパー2ーエンー1ーイル) スルファニル、(1ーメチルプロパー2ーエン -1-イル)スルファニル、(ペンタ-1-エン-1-イル)スルファニル、(ペ ンター2-エンー1-イル) スルファニル、(ペンター3-エンー1-イル) スル ファニル、(ペンター4ーエンー1ーイル) スルファニル、(3ーメチルブター2 ーエンー1ーイル) スルファニル、(3ーメチルブター3ーエンー1ーイル) スル ファニル、(ヘキサー1ーエンー1ーイル) スルファニル、(ヘキサー2ーエンー 1ーイル)スルファニル、(ヘキサー3ーエンー1ーイル)スルファニル、(ヘキ サー4ーエンー1ーイル)スルファニル、(ヘキサー5ーエンー1ーイル)スルフ ァニル、(4ーメチルペンター3ーエンー1ーイル) スルファニル、(4ーメチル ペンター3ーエンー1ーイル) スルファニル、(ヘプター1ーエンー1ーイル) ス ルファニル、(ヘプター6ーエンー1ーイル)スルファニル、(オクター1ーエン ー1ーイル)スルファニル、(オクター7ーエンー1ーイル)スルファニル、(ノ ナー1ーエンー1ーイル)スルファニル、(ノナー8ーエンー1ーイル)スルファ ニル、(デカー1ーエンー1ーイル) スルファニル、(デカー9ーエンー1ーイル) スルファニル、(ウンデカー1ーエンー1ーイル) スルファニル、(ウンデカー1 0-エン-1-イル) スルファニル、(ドデカ-1-エン-1-イル) スルファニ ル、(ドデカー11ーエンー1ーイル) スルファニル、(トリデカー1ーエンー1 ーイル)スルファニル、(トリデカー12ーエンー1ーイル)スルファニル、(テ トラデカー1ーエンー1ーイル) スルファニル、(テトラデカー13ーエンー1ー イル)スルファニル、(ペンタデカー1ーエンー1ーイル)スルファニル、(ペン タデカー14ーエンー1ーイル)スルファニル等のC2~C15の直鎖状又は分枝 鎖状のアルケニルースルファニル基が挙げられる。

「アルキニルースルファニル基」としては、例えば、エチニルスルファニル、(プ

ロパー1ーインー1ーイル)スルファニル,(プロパー2ーインー1ーイル)スル ファニル, (ブター1ーインー1ーイル) スルファニル、(ブター3ーインー1ー イル) スルファニル、(1-メチルプロパー2-インー1-イル) スルファニル、 (ペンター1ーイン-1ーイル) スルファニル、(ペンター4ーイン-1ーイル) スルファニル、(ヘキサー1ーインー1ーイル)スルファニル、(ヘキサー5ーイ ンー1ーイル)スルファニル、(ヘプター1ーインー1ーイル、(ヘプター6ーイ ンー1ーイル) スルファニル、(オクター1ーインー1ーイル) スルファニル、(オ クター7ーインー1ーイル)スルファニル、(ノナー1ーインー1ーイル)スルフ ァニル、(ノナー8ーイン-1ーイル) スルファニル、(デカー1ーインー1ーイ ル) スルファニル、(デカー9ーイン-1ーイル) スルファニル、(ウンデカー1 ーイン-1-イル) スルファニル、(ウンデカ-10-イン-1-イル) スルファ ニル、(ドデカー1ーイン-1ーイル) スルファニル、(ドデカー11ーイン-1 ーイル)スルファニル、(トリデカー1ーインー1ーイル)スルファニル、(トリ デカー12-イン-1-イル) スルファニル、(テトラデカ-1-イン-1-イル) スルファニル、(テトラデカー13-イン-1-イル) スルファニル、(ペンタデ カー1ーイン-1ーイル)スルファニル、(ペンタデカー14ーイン-1ーイル) スルファニル等のC₂~C₁₅の直鎖状又は分枝鎖状のアルキニルースルファニル 基が挙げられる。

「シクロアルキルースルファニル基」としては、例えば、シクロプロピルスルファニル、シクロブチルスルファニル、シクロペンチルスルファニル、シクロヘキシルスルファニル、シクロへプチルスルファニル、シクロオクチルスルファニル等の $C_3 \sim C_8$ のシクロアルキルースルファニル基が挙げられる。

「シクロアルキルーアルキルースルファニル基」としては、例えば、(シクロプロピルメチル) スルファニル、(1ーシクロプロピルエチル) スルファニル、(2ーシクロプロピルエチル) スルファニル、(3ーシクロプロピルプロピル) スルファニル、(4ーシクロプロピルブチル) スルファニル、(5ーシクロプロピルペンチル) スルファニル、(6ーシクロプロピルヘキシル) スルファニル、(シクロブチ

ルメチル)スルファニル、(シクロペンチルメチル)スルファニル、(シクロブチルメチル)スルファニル、(シクロペンチルメチル)スルファニル、(シクロヘキシルメチル)スルファニル、(3-2000年シルプロピル)スルファニル、(4-2000年シルブチル)スルファニル、(1000日本シルブチル)スルファニル、(1000日本クチルメチル)スルファニル、(1000日本クチルメチル)スルファニル、(1000日本クチルメチル)スルファニル、(1000日本クチルスチル)スルファニル、(1000日本クチルステンル・スルファニル等の100日本のシクロアルキルーアルキルースルファニル基が挙げられる。

「アリールースルファニル基」としては、例えば、フェニルスルファニル、1-ナフチルスルファニル、2-ナフチルスルファニル、アントリルスルファニル、フェナントリルスルファニル、アセナフチレニルスルファニル等の $C_6 \sim C_{14}$ のアリールースルファニル基が挙げられる。

「アラルキルースルファニル基」としては、例えば、ベンジルスルファニル、(1ーナフチルメチル)スルファニル、(2ーナフチルメチル)スルファニル、(7ントラセニルメチル)スルファニル、(7ントラセニルメチル)スルファニル、(7ンセナフチレニルメチル)スルファニル、(1ーフェネチル)スルファニル、(1ーフェネチル)スルファニル、(1ーフェネチル)スルファニル、(1ーフェネチル)スルファニル、(1ーフチル)エチル)スルファニル、(1ーフチル)エチル)スルファニル、(1ーフチル)エチル)スルファニル、(1ーフチル)スルファニル、(1ーフチル)スルファニル、(1ーフェニルでは、1ー(1ーナフチル)スルファニル、(1ーフェニルでは、1ーでは、1のでは、

「ハロゲン化アルキルースルファニル基」としては、「スルファニル基」の水素原

子が「ハロゲン化アルキル基」で置換された基が挙げられ、例えば、(フルオロメチル)スルファニル、(クロロメチル)スルファニル、(ブロモメチル)スルファニル、(トリカロロメチル)スルファニル、(トリカロロメチル)スルファニル、(トリカロロメチル)スルファニル、(クリカンスカロエチル)スルファニル、(クリカンスカロエチル)スルファニル、(クリカンスカロエチル)スルファニル、(クリカンスカロボーン)スルファニル、(クリカンカロピル)スルファニル、(クリカンルオロプロピル)スルファニル、(クリカンルオロプロピル)スルファニル、(クリカンルオロイソプロピル)スルファニル、(ノナフルオロブチル)スルファニル、(ハーフルオロへキシル)スルファニル等の1万至13個のハロゲン原子で置換された $C_1 \sim C_6$ の直鎖状又は分枝鎖状のハロゲン化アルキルースルファニル基が挙げられる。

「ヘテロ環ースルファニル基」としては、「スルファニル基」の水素原子が、「ヘテロ環基」で置換された基が挙げられ、「ヘテロ環」としては、上記「ヘテロ環基」と同様の基が挙げられる。「ヘテロ環ースルファニル基」としては、例えば、単環式ヘテロアリールースルファニル基、縮合多環式ヘテロアリールースルファニル基、単環式非芳香族ヘテロ環ースルファニル基、縮合多環式非芳香族ヘテロ環ースルファニル基等が挙げられる。

「単環式へテロアリールースルファニル基」としては、例えば、(イミダゾールー2ーイル) スルファニル、(1,2,4ートリアゾールー2ーイル) スルファニル、(ピリジンー2ーイル) スルファニル、(ピリジンー4ーイル) スルファニル、(ピリジンー2ーイル) スルファニル、(ピリジンー2ーイル) スルファニル等の基が挙げられる。

「縮合多環式へテロアリールースルファニル基」としては、(ベンズイミダゾール -2-イル) スルファニル、(キノリン-2-イル) スルファニル、(キノリン-4-イル) スルファニル等の基が挙げられる。

「単環式非芳香族へテロ環ースルファニル基」としては、例えば、(3-ピロリジ ニル)スルファニル、(4-ピペリジニル)スルファニル等の基が挙げられる。

「縮合多環式非芳香族へテロ環ースルファニル基」としては、例えば、(3ーインドリニル)スルファニル、(4ークロマニル)スルファニル等の基が挙げられる。

「アシル基」としては、例えば、ホルミル基、グリオキシロイル基、チオホルミル基、カルバモイル基、チオカルバモイル基、スルファモイル基、スルフィナモイル基、カルボキシ基、スルホ基、ホスホノ基、及び下記式:

(式中、R*1及びR*1は、同一又は異なって、炭化水素基又はヘテロ環基を表す

か、あるいはR*1及びR*1が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基を表す)で表される基が挙げられる。

上記「アシル基」の定義において、

式 $(\omega-1$ A) で表される基の中で、 R^{*1} が炭化水素基である基を「炭化水素-カルボニル基」(具体例:アセチル、プロピオニル、ブチリル、イソブチリル、バレリル、イソバレリル、ピバロイル、ラウロイル、ミリストイル、パルミトイル、アクリロイル、プロピオロイル、メタクリロイル、クロトノイル、イソクロトノイル、シクロヘキシルカルボニル、シクロヘキシルメチルカルボニル、ベンゾイル、1-ナフトイル、2-ナフトイル、フェニルアセチル等の基)、 R^{*1} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーカルボニル基」(具体例:2-テノイル、3-フロイル、ニコチノイル、イソニコチノイル等の基)と称する。

式 $(\omega - 2A)$ で表される基の中で、 R^{*1} が炭化水素基である基を「炭化水素ーオキシーカルボニル基」(具体例: メトキシカルボニル、エトキシカルボニル、フェノキシカルボニル、ベンジルオキシカルボニル等の基)、 R^{*1} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーカルボニル基」(具体例: 3-ピリジルオキシカルボニル等の基)と称する。

式 $(\omega - 3 A)$ で表される基の中で、 R^{a1} が炭化水素基である基を「炭化水素 - カルボニルーカルボニル基」(具体例: ピルボイル等の基)、 R^{a1} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーカルボニルーカルボニル基」と称する。

式(ω -4 A)で表される基の中で、 R^{*1} が炭化水素基である基を「炭化水素ーオキシーカルボニルーカルボニル基」(具体例:メトキサリル、エトキサリル等の基)、 R^{*1} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーカルボニルーカルボニル基」と称する。

式 (ω-5A) で表される基の中で、R*1が炭化水素基である基を「炭化水素-スルファニルーカルボニル基」、R*1がヘテロ環基である基を「ヘテロ環-スルファニルーカルボニル基」と称する。

式(ω-6A)で表される基の中で、R*1が炭化水素基である基を「炭化水素-

チオカルボニル基」、R * 1 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーチオカルボニル 基」と称する。

式 $(\omega - 7A)$ で表される基の中で、 R^{*1} が炭化水素基である基を「炭化水素ーオキシーチオカルボニル基」、 R^{*1} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーチオカルボニル基」と称する。

式 $(\omega - 8 A)$ で表される基の中で、 R^{*1} が炭化水素基である基を「炭化水素ースルファニルーチオカルボニル基」、 R^{*1} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ースルファニルーチオカルボニル基」と称する。

式 $(\omega - 9 A)$ で表される基の中で、 R^{a1} が炭化水素基である基を「N - 炭化水素 - カルバモイル基」(具体例:N - メチルカルバモイル等の基)、 R^{a1} がヘテロ環基である基を「N - N -

式($\omega-10$ A)で表される基の中で、R^{a1}及びR^{b1}が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素)-カルバモイル基」(具体例:N, N-ジメチルカルバモイル等の基)、R^{a1}及びR^{b1}がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環)-カルバモイル基」、R^{a1}が炭化水素基でありR^{b1}がヘテロ環基である基を「N-炭化水素-N-ヘテロ環-置換カルバモイル基」、R^{a1}及びR^{b1}が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノーカルボニル基」(具体例:モルホリノカルボニル等の基)と称する。

式 $(\omega-1$ 1 A) で表される基の中で、 R^{*1} が炭化水素基である基を「N-炭化水素-チオカルバモイル基」、 R^{*1} がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環-チオカルバモイル基」と称する。

式 $(\omega-12A)$ で表される基の中で、 R^{a1} 及び R^{b1} が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素) - チオカルバモイル基」、 R^{a1} 及び R^{b1} がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環) - チオカルバモイル基」、 R^{a1} が炭化水素基であり R^{b1} がヘテロ環基である基を「N-炭化水素- N-ヘテロ環ーチオカルバモイル基」、 R^{a1} 及び R^{b1} が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノーチオカルボニル基」と称する。

式 $(\omega-13A)$ で表される基の中で、 R^{a1} が炭化水素基である基を「N-炭化水素ースルファモイル基」、 R^{a1} がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環ースルファモイル基」と称する。

式 $(\omega-14A)$ で表される基の中で、 R^{a1} 及び R^{b1} が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素) -スルファモイル基」(具体例:N, N-ジメチルスルファモイル等の基)、 R^{a1} 及び R^{b1} がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環)スルファモイル基」、 R^{a1} が炭化水素基であり R^{b1} がヘテロ環基である基を「Nー炭化水素-Nーヘテロ環-スルファモイル基」、 R^{a1} 及び R^{b1} が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノースルホニル基」(具体例:1-ピロリルスルホニル等の基)と称する。

式 $(\omega-15A)$ で表される基の中で、 R^{a1} が炭化水素基である基を「N-炭化水素-スルフィナモイル基」、 R^{a1} がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環-スルフィナモイル基」と称する。

式 $(\omega-16A)$ で表される基の中で、 R^{a1} 及び R^{b1} が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素) -スルフィナモイル基」、 R^{a1} 及び R^{b1} がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環) -スルフィナモイル基」、 R^{a1} が炭化水素基であり R^{b1} がヘテロ環基である基を「N-炭化水素-N-ヘテロ環-スルフィナモイル基」、 R^{a1} 及び R^{b1} が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノースルフィニル基」と称する。

式 $(\omega-17A)$ で表される基の中で、 R^{a1} が炭化水素基である基を「炭化水素 - オキシースルホニル基」、 R^{a1} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシースルホニル基」と称する。

式 $(\omega-18A)$ で表される基の中で、 R^{a1} が炭化水素基である基を「炭化水素 - オキシースルフィニル基」、 R^{a1} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシースルフィニル基」と称する。

O' -ジ (ヘテロ環) -ホスホノ基」、R*1が炭化水素基でありR*1がヘテロ環 基である基を「O-炭化水素-O'-ヘテロ環-ホスホノ基」と称する。

式 (ω-20A) で表される基の中で、R^{*1}が炭化水素基である基を「炭化水素 -スルホニル基」(具体例:メタンスルホニル、ベンゼンスルホニル等の基)、R^{*1}がヘテロ環基である基を「ヘテロ環-スルホニル基」と称する。

式 $(\omega - 21A)$ で表される基の中で、 R^{a1} が炭化水素基である基を「炭化水素 - スルフィニル基」具体例:メチルスルフィニル、ベンゼンスルフィニル等の基)、 R^{a1} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環 - スルフィニル基」と称する。

上記式($\omega-1$ A)乃至($\omega-2$ 1A)で表される基における「炭化水素」としては、上記「炭化水素基」と同様の基が挙げられる。例えば、式($\omega-1$ A)で表される「炭化水素ーカルボニル基」としては、アルキルーカルボニル基、アルケニルーカルボニル基、アルキニルーカルボニル基、シクロアルキルーカルボニル基、シクロアルケニルーカルボニル基、シクロアルカンジエニルーカルボニル基、シクロアルキルーアルキルーカルボニル基等の脂肪族炭化水素ーカルボニル基;アリールーカルボニル基;アラルキルーカルボニル基;架橋環式炭化水素ーカルボニル基;スピロ環式炭化水素ーカルボニル基;テルペン系炭化水素ーカルボニル基が挙げられる。以下、式($\omega-2$ A)乃至($\omega-2$ 1A)で表される基も同様である。

上記式($\omega-1$ A)乃至($\omega-2$ 1 A)で表される基における「ヘテロ環」としては、上記「ヘテロ環基」と同様の基が挙げられる。例えば、式($\omega-1$ A)で表される「ヘテロ環ーカルボニル基」としては、例えば、単環式ヘテロアリールーカルボニル基、縮合多環式ヘテロアリールーカルボニル基、単環式非芳香族ヘテロ環ーカルボニル基、縮合多環式非芳香族ヘテロ環ーカルボニル基が挙げられる。以下、式($\omega-2$ A)乃至($\omega-2$ 1 A)で表される基も同様である。

上記式 $(\omega-10A)$ 乃至 $(\omega-16A)$ で表される基における「環状アミノ」としては、上記「環状アミノ基」と同様の基が挙げられる。

本明細書において、ある官能基について「置換基を有していてもよい」という場

合には、特に言及する場合を除き、その官能基が、化学的に可能な位置に1個又 は2個以上の「置換基」を有する場合があることを意味する。 官能基に存在する 置換基の種類、置換基の個数、及び置換位置は特に限定されず、2個以上の置換 基が存在する場合には、それらは同一であっても異なっていてもよい。官能基に 存在する「置換基」としては、例えば、ハロゲン原子、オキソ基、チオキソ基、 ニトロ基、ニトロソ基、シアノ基、イソシアノ基、シアナト基、チオシアナト基、 イソシアナト基、イソチオシアナト基、ヒドロキシ基、スルファニル基、カルボ キシ基、スルファニルカルボニル基、オキサロ基、メソオキサロ基、チオカルボ キシ基、ジチオカルボキシ基、カルバモイル基、チオカルバモイル基、スルホ基、 スルファモイル基、スルフィノ基、スルフィナモイル基、スルフェノ基、スルフ ェナモイル基、ホスホノ基、ヒドロキシホスホニル基、炭化水素基、ヘテロ環基、 炭化水素-オキシ基、ヘテロ環-オキシ基、炭化水素-スルファニル基、ヘテロ 環ースルファニル基、アシル基、アミノ基、ヒドラジノ基、ヒドラゾノ基、ジア ゼニル基、ウレイド基、チオウレイド基、グアニジノ基、カルバモイミドイル基 (アミジノ基)、アジド基、イミノ基、ヒドロキシアミノ基、ヒドロキシイミノ基、 アミノオキシ基、ジアゾ基、セミカルバジノ基、セミカルバゾノ基、アロファニ ル基、ヒダントイル基、ホスファノ基、ホスホロソ基、ホスホ基、ボリル基、シ ・リル基、スタニル基、セラニル基、オキシド基等を挙げることができる。

上記「置換基を有していてもよい」の定義における「置換基」が2個以上存在する場合、該2個以上の置換基は、それらが結合している原子と一緒になって環式基を形成してもよい。このような環式基には、環系を構成する原子(環原子)として、酸素原子、硫黄原子及び窒素原子等から選択されたヘテロ原子1ないし3種が1個以上含有されていてもよく、該環上には1個以上の置換基が存在していてもよい。該環は、単環式又は縮合多環式のいずれであってもよく、芳香族又は非芳香族のいずれであってもよい。

上記「置換基を有していてもよい」の定義における「置換基」は、該置換基上の 化学的に可能な位置で、上記「置換基」によって置換されていてもよい。置換基 の種類、置換基の個数、及び置換位置は特に限定されず、2個以上の置換基で置換される場合には、それらは同一であっても異なっていてもよい。そのような例として、例えば、ハロゲン化アルキルーカルボニル基(具体例:トリフルオロアセチル等の基)、ハロゲン化アルキルースルホニル基(具体例:トリフルオロメタンスルホニル等の基)、アシルーオキシ基、アシルースルファニル基、Nー炭化水素基ーアミノ基、N,Nージ(炭化水素)ーアミノ基、Nーヘテロ環ーアミノ基、Nーペテロ環ーアミノ基、アシルーアミノ基、ジ(アシル)ーアミノ基等の基が挙げられる。また、上記「置換基」上での「置換」は複数次にわたって繰り返されてもよい。

「アシルーオキシ基」としては、「ヒドロキシ基」の水素原子が「アシル基」で置換された基が挙げられ、例えば、ホルミルオキシ基、グリオキシロイルオキシ基、チオホルミルオキシ基、カルバモイルオキシ基、チオカルバモイルオキシ基、スルファモイルオキシ基、スルフィナモイルオキシ基、カルボキシオキシ基、スルホオキシ基、ホスホノオキシ基、及び下記式:

(式中、R^{a2}及びR^{b2}は、同一又は異なって、炭化水素基、又はヘテロ環基を表すか、あるいはR^{a2}及びR^{b2}が一緒になって、それらが結合している窒素原子と 共に環状アミノ基を表す)で表される基が挙げられる。

上記「アシルーオキシ基」の定義において、

式 $(\omega-1B)$ で表される基の中で、 R^{*2} が炭化水素基である基を「炭化水素 - カルボニルーオキシ基」(具体例: アセトキシ、ベンゾイルオキシ等の基)、 R^{*2} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーカルボニルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega - 2B)$ で表される基の中で、 R^{*2} が炭化水素基である基を「炭化水素ーオキシーカルボニルーオキシ基」、 R^{*2} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーカルボニルーオキシ基」と称する。

式 (ω-3B) で表される基の中で、R²が炭化水素基である基を「炭化水素-カルボニルーカルボニルーオキシ基」、R²がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーカルボニルーカルボニルーオキシ基」と称する。

式 (ω-4B) で表される基の中で、R²が炭化水素基である基を「炭化水素-オキシ-カルボニルーカルボニルーオキシ基」、R²がヘテロ環基である基を「ヘテロ環-オキシーカルボニルーカルボニルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega - 5B)$ で表される基の中で、 R^{a^2} が炭化水素基である基を「炭化水素ースルファニルーカルボニルーオキシ基」、 R^{a^2} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ースルファニルーカルボニルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega-6B)$ で表される基の中で、 R^{*2} が炭化水素基である基を「炭化水素ーチオカルボニルーオキシ基」、 R^{*2} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーチオカルボニルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega - 7B)$ で表される基の中で、 R^{*2} が炭化水素基である基を「炭化水素ーオキシーチオカルボニルーオキシ基」、 R^{*2} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーチオカルボニルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega - 8B)$ で表される基の中で、 R^{*2} が炭化水素基である基を「炭化水素 - スルファニルーチオカルボニルーオキシ基」、 R^{*2} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ースルファニルーチオカルボニルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega - 9B)$ で表される基の中で、 R^{*2} が炭化水素基である基を「N - 炭化水素 - カルバモイルーオキシ基」、 R^{*2} がヘテロ環基である基を「N - ヘテロ環ーカルバモイルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega-10B)$ で表される基の中で、 R^{a2} 及び R^{b2} が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素) -カルバモイルーオキシ基」、 R^{a2} 及び R^{b2} がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環) -カルバモイルーオキシ基」、 R^{a2} が炭化水素基であり R^{b2} がヘテロ環基である基を「N-炭化水素-N-ヘテロ環ーカルバモイルーオキシ基」、 R^{a2} 及び R^{b2} が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノーカルボニルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega-1\ 1\ B)$ で表される基の中で、 R^{2} が炭化水素基である基を「N-炭化水素 - チオカルバモイルーオキシ基」、 R^{2} がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環ーチオカルバモイルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega-12B)$ で表される基の中で、 R^{a2} 及び R^{b2} が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素) -チオカルバモイルーオキシ基」、 R^{a2} 及び R^{b2} がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環) -チオカルバモイルーオキシ基」、 R^{a2} が炭化水素基であり R^{b2} がヘテロ環基である基を「Nー炭化水素-Nーヘテロ環ーチオカルバモイルーオキシ基」、 R^{a2} 及び R^{b2} が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノーチオカルボニルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega-13B)$ で表される基の中で、 R^{*2} が炭化水素基である基を「N-炭化水素-スルファモイルーオキシ基」、 R^{*2} がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環ースルファモイルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega-14B)$ で表される基の中で、 R^{a2} 及び R^{b2} が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素) -スルファモイルーオキシ基」、 R^{a2} 及び R^{b2} がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環) -スルファモイルーオキシ基」、 R^{a2} が炭化水素基であり R^{b2} がヘテロ環基である基を「N-炭化水素 - N-ヘテロ環 -スルファモイルーオキシ基」、 R^{a2} 及び R^{b2} が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノースルホニルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega-15B)$ で表される基の中で、 R^2 が炭化水素基である基を「N-炭化水素-スルフィナモイルーオキシ基」、 R^2 がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環-スルフィナモイルーオキシ基」と称する。

式($\omega-16B$)で表される基の中で、 R^{a^2} 及び R^{b^2} が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素) -スルフィナモイルーオキシ基」、 R^{a^2} 及び R^{b^2} がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環) -スルフィナモイルーオキシ基」、 R^{a^2} が炭化水素基であり R^{b^2} がヘテロ環基である基を「N-炭化水素-N-ヘテロ環ースルフィナモイルーオキシ基」、 R^{a^2} 及び R^{b^2} が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノースルフィニルーオキシ基」と称する。

式($\omega-17B$)で表される基の中で、 R^2 が炭化水素基である基を「炭化水素 - オキシースルホニルーオキシ基」、 R^2 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシースルホニルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega-18B)$ で表される基の中で、 R^2 が炭化水素基である基を「炭化水素 - オキシースルフィニルーオキシ基」、 R^2 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環 - オキシースルフィニルーオキシ基」と称する。

式(ω -19B)で表される基の中で、R * 2 及びR * 2 が炭化水素基である基を「O, O'ージ(炭化水素)ーホスホノーオキシ基」、R * 2 及びR * 2 がヘテロ環基である基を「O, O'ージ(ヘテロ環)ーホスホノーオキシ基」、R * 2 が炭化水素基でありR * 2 がヘテロ環基である基を「Oー炭化水素置換ーO'ーヘテロ環置換ホスホノーオキシ基」と称する。

式 (ω-20B) で表される基の中で、R * 2 が炭化水素基である基を「炭化水素 -スルホニルーオキシ基」、R * 2 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環-スルホニ ルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega - 21B)$ で表される基の中で、 R^{*2} が炭化水素基である基を「炭化水素 -スルフィニルーオキシ基」、 R^{*2} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環-スルフィニルーオキシ基」と称する。

上記式($\omega-1$ B)乃至($\omega-2$ 1 B)で表される基における「炭化水素」としては、上記「炭化水素基」と同様の基が挙げられる。例えば、式($\omega-1$ B)で表される「炭化水素 - カルボニルーオキシ基」としては、アルキルーカルボニルーオキシ基、アルケニルーカルボニルーオキシ基、アルキニルーカルボニルーオキシ基、シクロアルキルーカルボニルーオキシ基、シクロアルケニルーカルボニルーオキシ基、シクロアルカンジエニルーカルボニルーオキシ基、シクロアルキルーカルボニルーオキシ基等の脂肪族炭化水素 - カルボニルーオキシ基;アリールーカルボニルーオキシ基;アラルキルーカルボニルーオキシ基;架橋環式炭化水素 - カルボニルーオキシ基;スピロ環式炭化水素 - カルボニルーオキシ基;スピロ環式炭化水素 - カルボニルーオキシ基;アルペン系炭化水素 - カルボニルーオキシ基が挙げられる。以下、式($\omega-2$ B)乃至($\omega-2$ 1 B)で表される基も同様である。

上記式($\omega-1$ B)乃至($\omega-2$ 1 B)で表される基における「ヘテロ環」としては、上記「ヘテロ環基」と同様の基が挙げられる。例えば、式($\omega-1$ B)で表される「ヘテロ環ーカルボニル基」としては、例えば、単環式ヘテロアリールーカルボニル基、縮合多環式ヘテロアリールーカルボニル基、単環式非芳香族ヘテロ環ーカルボニル基、縮合多環式非芳香族ヘテロ環ーカルボニル基が挙げられる。以下、式($\omega-2$ B)乃至($\omega-2$ 1 B)で表される基も同様である。

上記式 $(\omega-10B)$ 乃至 $(\omega-16B)$ で表される基における「環状アミノ」としては、上記「環状アミノ基」と同様の基が挙げられる。

上記「アシルーオキシ基」、「炭化水素-オキシ基」、及び「ヘテロ環ーオキシ基」 を総称して、「置換オキシ基」と称する。また、これら「置換オキシ基」と「ヒドロキシ基」を総称して、「置換基を有していてもよいヒドロキシ基」と称する。

「アシルースルファニル基」としては、「スルファニル基」の水素原子が「アシル基」で置換された基が挙げられ、例えば、ホルミルスルファニル基、グリオキシロイルスルファニル基、チオホルミルスルファニル基、カルバモイルスルファニル基、スルファモイルスルファニル基、スルフィナモイルスルファニル基、カルボキシスルファニル基、スルホスルファニル

基、ホスホノスルファニル基、及び下記式:

(式中、R^{a3}及びR^{b3}は、同一又は異なって、置換基を有していてもよい炭化水 素基、又は置換基を有していてもよいヘテロ環基を表すか、あるいはR^{a3}及びR b³が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に、置換基を有していて もよい環状アミノ基を表す)で表される基が挙げられる。

上記「アシルースルファニル基」の定義において、

式 $(\omega-1\,C)$ で表される基の中で、 R^{a3} が炭化水素基である基を「炭化水素 カルボニルースルファニル基」、 R^{a3} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーカルボニルースルファニル基」と称する。

式 $(\omega-2C)$ で表される基の中で、 R^{a3} が炭化水素基である基を「炭化水素ーオキシーカルボニルースルファニル基」、 R^{a3} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーカルボニルースルファニル基」と称する。

式 $(\omega-3C)$ で表される基の中で、 R^{a3} が炭化水素基である基を「炭化水素ーカルボニルーカルボニルースルファニル基」、 R^{a3} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーカルボニルーカルボニルースルファニル基」と称する。

式 $(\omega-4\,C)$ で表される基の中で、 $R^{a\,3}$ が炭化水素基である基を「炭化水素ーオキシーカルボニルーカルボニルースルファニル基」、 $R^{a\,3}$ がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーカルボニルーカルボニルースルファニル基」と称する。

式 $(\omega-5\,C)$ で表される基の中で、 $R^{a\,3}$ が炭化水素基である基を「炭化水素ースルファニルーカルボニルースルファニル基」、 $R^{a\,3}$ がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ースルファニルーカルボニルースルファニル基」と称する。

式 $(\omega-6\ C)$ で表される基の中で、 R^{a3} が炭化水素基である基を「炭化水素ーチオカルボニルースルファニル基」、 R^{a3} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーチオカルボニルースルファニル基」と称する。

式 $(\omega-7\,C)$ で表される基の中で、 R^{a3} が炭化水素基である基を「炭化水素ーオキシーチオカルボニルースルファニル基」、 R^{a3} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーチオカルボニルースルファニル基」と称する。

式 $(\omega - 8 C)$ で表される基の中で、 R^{a3} が炭化水素基である基を「炭化水素ースルファニルーチオカルボニルースルファニル基」、 R^{a3} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ースルファニルーチオカルボニルースルファニル基」と称する。

式 $(\omega - 9C)$ で表される基の中で、 R^{a3} が炭化水素基である基を「N-炭化水

素ーカルバモイルースルファニル基」、R^{a3}がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環ーカルバモイルースルファニル基」と称する。

式 $(\omega-10\,\mathrm{C})$ で表される基の中で、 $\mathrm{R}^{\,a\,3}$ 及び $\mathrm{R}^{\,b\,3}$ が炭化水素基である基を「 N , N - O (炭化水素) - D D D D (炭化水素) - D D

式 $(\omega-1\ 1\ C)$ で表される基の中で、 R^{a3} が炭化水素基である基を「N-炭化水素-チオカルバモイル-スルファニル基」、 R^{a3} がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環-チオカルバモイル-スルファニル基」と称する。

式 $(\omega-1\ 2\ C)$ で表される基の中で、 $R^{a\,3}$ 及び $R^{b\,3}$ が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素)- チオカルバモイルースルファニル基」、 $R^{a\,3}$ 及び $R^{b\,3}$ がへテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環)- チオカルバモイルースルファニル基」、 $R^{a\,3}$ が炭化水素基であり $R^{b\,3}$ がヘテロ環基である基を「N- 炭化水素 - N- マーティカルバモイルースルファニル基」、 $R^{a\,3}$ 及び $R^{b\,3}$ が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノーチオカルボニルースルファニル基」と称する。

式 $(\omega-1\ 3\ C)$ で表される基の中で、 R^{a3} が炭化水素基である基を「N-炭化水素ースルファモイルースルファニル基」、 R^{a3} がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環ースルファモイルースルファニル基」と称する。

式 $(\omega-14C)$ で表される基の中で、 R^{a3} 及び R^{b3} が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素) -スルファモイルースルファニル基」、 R^{a3} 及び R^{b3} がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環) -スルファモイルースルフィニル基」、 R^{a3} が炭化水素基であり R^{b3} がヘテロ環基である基を「N-炭化水素-N-ヘテロ環スルファモイルースルファニル基」、 R^{a3} 及び R^{b3} が一緒になって、それら

が結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノースルホニ ルースルファニル基」と称する。

式 $(\omega-15\,\mathrm{C})$ で表される基の中で、 $\mathrm{R}^{\,\mathrm{a}\,\mathrm{3}}$ が炭化水素基である基を「 N 一炭化 水素 - スルフィナモイルースルファニル基」、 $\mathrm{R}^{\,\mathrm{a}\,\mathrm{3}}$ がヘテロ環基である基を「 N - ヘテロ環 - スルフィナモイルースルファニル基」と称する。

式 $(\omega-16C)$ で表される基の中で、 R^{a3} 及び R^{b3} が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素) - スルフィナモイルースルファニル基」、 R^{a3} 及び R^{b3} がへ テロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環) - スルフィナモイルースルファニル基」、 R^{a3} が炭化水素基であり R^{b3} がへテロ環基である基を「N-炭化水素ー N-ヘテロ環ースルフィナモイルースルファニル基」、 R^{a3} 及び R^{b3} が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノスルファニルースルファニル基」と称する。

式 $(\omega-17\,C)$ で表される基の中で、 R^{a3} が炭化水素基である基を「炭化水素 - オキシースルホニルースルファニル基」、 R^{a3} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシースルホニルースルファニル基」と称する。

式 $(\omega-18\,C)$ で表される基の中で、 R^{a3} が炭化水素基である基を「炭化水素 - オキシースルフィニルースルファニル基」、 R^{a3} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシースルフィニルースルファニル基」と称する。

式 $(\omega-19C)$ で表される基の中で、 R^{a3} 及び R^{b3} が炭化水素基である基を「O,O'-ジ(炭化水素)-ホスホノースルファニル基」、 R^{a3} 及び R^{b3} がヘテロ環基である基を「O,O'-ジ(ヘテロ環)-ホスホノースルファニル基」、 R^{a3} が炭化水素基であり R^{b3} がヘテロ環基である基を「O-炭化水素-O'-ヘテロ環本スホノースルファニル基」と称する。

式 $(\omega-20\,C)$ で表される基の中で、 R^{a3} が炭化水素基である基を「炭化水素 - スルホニルースルファニル基」、 R^{a3} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環- スルホニルースルファニル基」と称する。

式 $(\omega - 21C)$ で表される基の中で、 R^{a3} が炭化水素基である基を「炭化水素

ースルフィニルースルファニル基」、R^{a3}がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ースルフィニルースルファニル基」と称する。

上記式($\omega-1$ C)乃至($\omega-2$ 1 C)で表される基における「炭化水素」としては、上記「炭化水素基」と同様の基が挙げられる。例えば、式($\omega-1$ C)で表される「炭化水素ーカルボニルースルファニル基」としては、アルキルーカルボニルースルファニル基、アルケニルーカルボニルースルファニル基、アルキニルーカルボニルースルファニル基、シクロアルキルーカルボニルースルファニル基、シクロアルカンジエニルーカルボニルースルファニル基、シクロアルカンジエニルーカルボニルースルファニル基、シクロアルカンジエニルーカルボニルースルファニル基、シクロアルキルーカルボニルースルファニル基;アリールーカルボニルースルファニル基;アラルキルーカルボニルースルファニル基;架橋環式炭化水素ーカルボニルースルファニル基;スピロ環式炭化水素ーカルボニルースルファニル基;テルペン系炭化水素ーカルボニルースルファニル基が挙げられる。以下、式($\omega-2$ C)乃至($\omega-2$ 1 C)で表される基も同様である。

上記式($\omega-1$ C)乃至($\omega-2$ 1 C)で表される基における「ヘテロ環」としては、上記「ヘテロ環基」と同様の基が挙げられる。例えば、式($\omega-1$ C)で表される「ヘテロ環ーカルボニルースルファニル基」としては、例えば、単環式ヘテロアリールーカルボニルースルファニル基、縮合多環式ヘテロアリールーカルボニルースルファニル基、単環式非芳香族ヘテロ環ーカルボニルースルファニル基、単環式非芳香族ヘテロ環ーカルボニルースルファニル基が挙げられる。以下、式($\omega-2$ C)乃至($\omega-2$ 1 C)で表される基も同様である。

上記式 $(\omega-10C)$ 乃至 $(\omega-16C)$ で表される基における「環状アミノ」としては、上記「環状アミノ基」と同様の基が挙げられる。

上記「アシルースルファニル基」、「炭化水素ースルファニル基」、及び「ヘテロ環ースルファニル基」を総称して、「置換スルファニル基」と称する。また、これら「置換スルファニル基」と「スルファニル基」を総称して、「置換基を有していてもよいスルファニル基」と称する。

「Nー炭化水素ーアミノ基」としては、「アミノ基」の1つの水素原子が、「炭化水素基」で置換された基が挙げられ、例えば、Nーアルキルーアミノ基、Nーアルケニルーアミノ基、Nーシクロアルキルーアミノ基、Nーシクロアルキルーアミノ基、Nーシクロアルキルーアミノ基、Nーアリールーアミノ基、Nーアリールーアミノ基、Nーアリールーアミノ基、Nーアラルキルーアミノ基等が挙げられる。

「N-Tルキルーアミノ基」としては、例えば、メチルアミノ、エチルアミノ、n-Tロピルアミノ、イソプロピルアミノ、n-Tチルアミノ、イソプロピルアミノ、n-Tチルアミノ、イソプチルアミノ、n-Tキルアミノ、n-Tキルアミノ、n-Tキルアミノ、n-Tキルアミノ、n-Tキルアミノ、n-Tキルアミノ、n-Tキルアミノ、n-Tキルアミノ、n-Tキルアミノ、n-Tキルアミノ、n-Tキルアミノ、n-Tキルアミノ、n-Tキルプロピル)アミノ、n-Tキシルアミノ、n-Tキシルアミノ、n-Tキルペンチル)アミノ、n-Tキルペンチル)アミノ、n-Tキルペンチル)アミノ、n-Tキルのカーアシー、n-Tキルブチル)アミノ、n-Tキルブチル)アミノ、n-Tキルブチル)アミノ、n-Tキルブチル)アミノ、n-Tキルブチル)アミノ、n-Tキルプロピル)アミノ、n-Tキルアミノ、n-Tキルプロピル)アミノ、n-Tキルアミノ、n-T+アミノ来の直鎖状又は分枝鎖状のn-Tルキルーアミノ基が挙げられる。

「N-rルケニルーアミノ基」としては、例えば、ビニルアミノ、(プロパー1ーエンー1ーイル)アミノ、アリルアミノ、イソプロペニルアミノ、(ブター1ーエンー1ーイル)アミノ、(ブター2ーエンー1ーイル)アミノ、(ブター3ーエンー1ーイル)アミノ、(2ーメチルプロパー2ーエンー1ーイル)アミノ、(1ーメチルプロパー2ーエンー1ーイル)アミノ、(ペンター1ーエンー1ーイル)アミノ、(ペンター2ーエンー1ーイル)アミノ、(ペンター3ーエンー1ーイル)アミノ、(ペンター4ーエンー1ーイル)アミノ、(ペンター4ーエンー1ーイル)アミノ、(ペンター4ーエンー1ーイル)アミノ、(ペンター4ーエンー1ーイル)アミノ、(ペンター4ーエンー1ーイル)アミノ、(ペンター4ーエンー1ーイル)アミノ、(3ーメチルブター2ーエンー

1ーイル)アミノ、(3ーメチルブター3ーエンー1ーイル)アミノ、(ヘキサー 1-エン-1-イル) アミノ、(ヘキサ-2-エン-1-イル) アミノ、(ヘキサ -3-エン-1-イル)アミノ、(ヘキサ-4-エン-1-イル)アミノ、(ヘキ サー5ーエンー1ーイル) アミノ、(4ーメチルペンター3ーエンー1ーイル) ア ミノ、(4ーメチルペンター3ーエンー1ーイル) アミノ、(ヘプター1ーエンー 1ーイル)アミノ、(ヘプター6ーエンー1ーイル)アミノ、(オクター1ーエン ー1ーイル)アミノ、(オクター7ーエンー1ーイル)アミノ、(ノナー1ーエン ー1ーイル)アミノ、(ノナー8ーエンー1ーイル)アミノ、(デカー1ーエンー 1-イル)アミノ、(デカー9-エン-1-イル)アミノ、(ウンデカー1-エン -1-イル) アミノ、(ウンデカー10-エン-1-イル) アミノ、(ドデカー1 ーエンー1ーイル) アミノ、(ドデカー11ーエンー1ーイル) アミノ、(トリデ **カー1-エンー1-イル)アミノ、(トリデカー12-エンー1-イル)アミノ、** (テトラデカー1ーエンー1ーイル) アミノ、(テトラデカー13ーエンー1ーイ ル)アミノ、(ペンタデカー1ーエンー1ーイル)アミノ、(ペンタデカー14ー エンー1ーイル)アミノ等の $C_2 \sim C_{15}$ の直鎖状又は分枝鎖状のN-アルケニル ーアミノ基が挙げられる。

(ドデカー11-イン-1-イル) アミノ、(トリデカー1-イン-1-イル) アミノ、(トリデカー12-イン-1-イル) アミノ、(テトラデカー12-イン-1-イル) アミノ、(テトラデカー13-イン-1-イル) アミノ、(ペンタデカー1-イン-1-イル) アミノ、(ペンタデカー14-イン-1-イル) アミノ等の $C_2 \sim C_{15}$ の直鎖状又は分枝鎖状のN-アルキニルーアミノ基が挙げられる。

ミノ、(1-(1-t)7+u) エチル)アミノ、(1-(2-t)7+u) エチル)アミノ、(2-(1-t)7+u) エチル)アミノ、(2-(2-t)7+u) エチル)アミノ、(3-(1-t)7+u) アミノ、(3-(1-t)7+u) アミノ、(3-(2-t)7+u) アミノ、(3-(1-t)7+u) アミノ、(4-(1-t)7+u) アミノ、(4-(2-t)7+u) アミノ、(4-(1-t)7+u) アミノ、(5-(1-t)7+u) アミノ、(5-(1-t)7+u) アミノ、(5-(2-t)7+u) アミノ、(6-(2-t)7+u) ペンチル)アミノ、(6-(2-t)7+u) ペンチル)アミノ、(6-(2-t)7+u) ペンチル)アミノ、(6-(2-t)7+u) ペキシル)アミノ等の(7-c)6の(1-t)7+u ペーアラルキルーアミノ基が挙げられる。

「N, N-ジ(炭化水素)ーアミノ基」としては、「アミノ基」の2つの水素原子が、「炭化水素基」で置換された基が挙げられ、例えば、N, N-ジメチルアミノ、N, N-ジエチルアミノ、NーエチルーNーメチルアミノ、N, N-ジーnープロピルアミノ、N, N-ジイソプロピルアミノ、NーアリルーNーメチルアミノ、Nー(プロパー2ーインー1ーイル)ーNーメチルアミノ、N, N-ジシクロへキシルアミノ、NーシクロへキシルーNーメチルアミノ、Nーシクロへキシルメチルアミノ、Nージオルアミノ、NージオーNーフェニルアミノ、N, Nージベンジルアミノ、NーベンジルーNーメチルアミノ等の基が挙げられる。

「Nーヘテロ環ーアミノ基」としては、「アミノ基」の1つ水素原子が、「ヘテロ環基」で置換された基が挙げられ、例えば、(3ーピロリジニル) アミノ、(4ーピペリジニル) アミノ、(2ーテトラヒドロピラニル) アミノ、(3ーインドリニル) アミノ、(4ークロマニル) アミノ、(3ーチエニル) アミノ、(3ーピリジル) アミノ、(3ーキノリル) アミノ、(5ーインドリル) アミノ等の基が挙げられる。「Nー炭化水素ーNーヘテロ環ーアミノ基」としては、「アミノ基」の2つの水素原子が、「炭化水素基」及び「ヘテロ環基」で1つずつ置換された基が挙げられ、例えば、NーメチルーNー(4ーピペリジニル) アミノ、Nー(4ークロマニル)ーNーメチルアミノ、NーメチルーNー(3ーチエニル) アミノ、Nーメチルー

N-(3-ピリジル) アミノ、N-メチル-N-(3-キノリル) アミノ等の基が挙げられる。

「アシルーアミノ基」としては、「アミノ基」の1つの水素原子が、「アシル基」で置換された基が挙げられ、例えば、ホルミルアミノ基、グリオキシロイルアミノ基、チオホルミルアミノ基、カルバモイルアミノ基、チオカルバモイルアミノ基、スルファモイルアミノ基、スルフィナモイルアミノ基、カルボキシアミノ基、スルホアミノ基、ホスホノアミノ基、及び下記式:

(式中、R*4及びR*4は、同一又は異なって、置換基を有していてもよい炭化水素基、又は置換基を有していてもよいヘテロ環基を表すか、あるいはR*4及びR*4が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に、置換基を有していてもよい環状アミノ基を表す)で表される基が挙げられる。

上記「アシルーアミノ基」の定義において、

式 $(\omega-1D)$ で表される基の中で、 R^4 が炭化水素基である基を「炭化水素 カルボニルーアミノ基」、 R^4 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーカルボニルーアミノ基」と称する。

式 $(\omega-2D)$ で表される基の中で、 R^4 が炭化水素基である基を「炭化水素ーオキシーカルボニルーアミノ基」、 R^4 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーカルボニルーアミノ基」と称する。

式 $(\omega - 3D)$ で表される基の中で、 R^4 が炭化水素基である基を「炭化水素 - カルボニルーカルボニルーアミノ基」、 R^4 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーカルボニルーカルボニルーアミノ基」と称する。

式 (ω-4D) で表される基の中で、R⁴が炭化水素基である基を「炭化水素ーオキシーカルボニルーカルボニルーアミノ基」、R⁴がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーカルボニルーカルボニルーアミノ基」と称する。

式 $(\omega-5D)$ で表される基の中で、 R^4 が炭化水素基である基を「炭化水素ースルファニルーカルボニルーアミノ基」、 R^4 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ースルファニルーカルボニルーアミノ基」と称する。

式 $(\omega-6D)$ で表される基の中で、 R^4 が炭化水素基である基を「炭化水素ーチオカルボニルーアミノ基」、 R^4 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーチオカルボニルーアミノ基」と称する。

式 (ω-7D) で表される基の中で、R*4が炭化水素基である基を「炭化水素-オキシーチオカルボニルーアミノ基」、R*4がヘテロ環基である基を「ヘテロ環 ーオキシーチオカルボニルーアミノ基」と称する。

式 $(\omega - 8D)$ で表される基の中で、 R^{44} が炭化水素基である基を「炭化水素ースルファニルーチオカルボニルーアミノ基」、 R^{44} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ースルファニルーチオカルボニルーアミノ基」と称する。

式 $(\omega - 9D)$ で表される基の中で、 R^4 が炭化水素基である基を「N - 炭化水素ーカルバモイル基」、 R^4 がヘテロ環基である基を「N - N

イルーアミノ基」と称する。

式($\omega-10D$)で表される基の中で、 R^4 及び R^6 4が炭化水素基である基を「N, N-5 (炭化水素) -カルバモイルーアミノ基」、 R^4 4及び R^6 4がヘテロ環基である基を「N, N-5 (ヘテロ環) -カルバモイルーアミノ基」、 R^4 4が炭化水素基であり R^6 4がヘテロ環基である基を「N-炭化水素 - N-ヘテロ環 - カルバモイルーアミノ基」、 R^4 4及び R^6 4が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノーカルボニルーアミノ基」と称する。

式 $(\omega-1\ 1\ D)$ で表される基の中で、 R^4 が炭化水素基である基を「N-炭化水素ーチオカルバモイルーアミノ基」、 R^4 がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環ーチオカルバモイルーアミノ基」と称する。

式($\omega-12D$)で表される基の中で、 R^{4} 及び R^{6} が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素) -チオカルバモイルーアミノ基」、 R^{4} 及び R^{6} がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環) -チオカルバモイルーアミノ基」、 R^{4} が炭化水素基であり R^{6} がヘテロ環基である基を「N-炭化水素-N-ヘテロ環ーチオカルバモイルーアミノ基」、 R^{4} 及び R^{6} が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノーチオカルボニルーアミノ基」と称する。

式($\omega-1$ 3D)で表される基の中で、 R^4 が炭化水素基である基を「N-炭化水素-スルファモイルーアミノ基」、 R^4 がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環-スルファモイルーアミノ基」と称する。

式 $(\omega-14D)$ で表される基の中で、 R^4 及び R^4 が炭化水素基である基を「ジ (炭化水素)スルファモイルーアミノ基」、 R^4 及び R^4 がヘテロ環基である基 を「N, Nージ(ヘテロ環)スルファモイルーアミノ基」、 R^4 が炭化水素基で あり R^4 がヘテロ環基である基を「Nー炭化水素-Nーヘテロ環-スルファモイ ルーアミノ基」、 R^4 及び R^4 が一緒になって、それらが結合している窒素原子 と共に環状アミノ基である基を「環状アミノースルホニルーアミノ基」と称する。 式 (ω-15D) で表される基の中で、R^{a4}が炭化水素基である基を「N-炭化水素-スルフィナモイルーアミノ基」、R^{a4}がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環-スルフィナモイルーアミノ基」と称する。;式 (ω-16D) で表される基の中で、R^{a4}及びR^{b4}が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素) -スルフィナモイルーアミノ基」、R^{a4}及びR^{b4}がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環) -スルフィナモイルーアミノ基」、R^{a4}が炭化水素基でありR^{b4}がヘテロ環基である基を「N-炭化水素ーN-ヘテロ環ースルフィナモイルーアミノ基」、R^{a4}が炭化水素基でありR^{b4}が、ヘテロ環基である基を「N-炭化水素ーN-ヘテロ環ースルフィナモイルーアミノ基」、R^{a4}及びR^{b4}が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノースルフィニルーアミノ基」と称する。

式 $(\omega-17D)$ で表される基の中で、 R^4 が炭化水素基である基を「炭化水素 - オキシースルホニルーアミノ基」、 R^4 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシースルホニルーアミノ基」と称する。

式 (ω-18D) で表される基の中で、R * 4 が炭化水素基である基を「炭化水素 ーオキシースルフィニルーアミノ基」、R * 4 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環 ーオキシースルフィニルーアミノ基」と称する。

式 (ω-20D) で表される基の中で、R*4が炭化水素基である基を「炭化水素 -スルホニルーアミノ基」、R*4がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ースルホニ ル-アミノ基」と称する。

式 $(\omega-21D)$ で表される基の中で、 R^4 が炭化水素基である基を「炭化水素 -スルフィニルーアミノ基」、 R^4 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ースルフィニルーアミノ基」と称する。

上記式 $(\omega-1D)$ 乃至 $(\omega-21D)$ で表される基における「炭化水素」とし

WO 03/103654 PCT/JP03/07119 "

ては、上記「炭化水素基」と同様の基が挙げられる。例えば、式 (ω-1D)で表される「炭化水素 - カルボニルーアミノ基」としては、アルキルーカルボニルーアミノ基、アルケニルーカルボニルーアミノ基、アルキニルーカルボニルーアミノ基、シクロアルキルーカルボニルーアミノ基、シクロアルカンジエニルーカルボニルーアミノ基、シクロアルカンジエニルーカルボニルーアミノ基、シクロアルキルーカルボニルーアミノ基等の脂肪族炭化水素 - カルボニルーアミノ基;アリールーカルボニルーアミノ基;アラルキルーカルボニルーアミノ基;架橋環式炭化水素 - カルボニルーアミノ基;スピロ環式炭化水素 - カルボニルーアミノ基;テルペン系炭化水素 - カルボニルーアミノ基が挙げられる。以下、式 (ω-2D) 乃至 (ω-21D) で表される基も同様である。

上記式($\omega-1$ D)乃至($\omega-2$ 1 D)で表される基における「ヘテロ環」としては、上記「ヘテロ環基」と同様の基が挙げられる。例えば、式($\omega-1$ D)で表される「ヘテロ環ーカルボニルーアミノ基」としては、例えば、単環式ヘテロアリールーカルボニルーアミノ基、縮合多環式ヘテロアリールーカルボニルーアミノ基、単環式非芳香族ヘテロ環ーカルボニルーアミノ基、縮合多環式非芳香族ヘテロ環ーカルボニルーアミノ基が挙げられる。以下、式($\omega-2$ D)乃至($\omega-2$ 1 D)で表される基も同様である。

上記式 $(\omega-10D)$ 乃至 $(\omega-16D)$ で表される基における「環状アミノ」としては、上記「環状アミノ基」と同様の基が挙げられる。

「ジ (アシル) ーアミノ基」としては、「アミノ基」の2つの水素原子が、上記「置換基を有していてもよい」の「置換基」の定義における「アシル基」で置換された基が挙げられ、例えば、ジ (ホルミル) ーアミノ基、ジ (グリオキシロイル) ーアミノ基、ジ (チオホルミル) ーアミノ基、ジ (カルバモイル) ーアミノ基、ジ (チオカルバモイル) ーアミノ基、ジ (スルファモイル) ーアミノ基、ジ (スルフィナモイル) ーアミノ基、ジ (カルボキシ) ーアミノ基、ジ (スルホ) ーアミノ基、ジ (ホスホノ) ーアミノ基、及び下記式:

PCT/JP03/07119

$$\begin{array}{lll} & -N + \begin{pmatrix} C - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, E) \,, & -N + \begin{pmatrix} C - O - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 2 \, E) \,, \\ & -N + \begin{pmatrix} C - C - C - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 3 \, E) \,, & -N + \begin{pmatrix} C - C - O - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 4 \, E) \,, \\ & -N + \begin{pmatrix} C - S - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 5 \, E) \,, & -N + \begin{pmatrix} C - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 6 \, E) \,, \\ & -N + \begin{pmatrix} C - O - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 7 \, E) \,, & -N + \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 8 \, E) \,, \\ & -N + \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 0 \, E) \,, & -N + \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 0 \, E) \,, \\ & -N + \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 3 \, E) \,, & -N + \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 2 \, E) \,, \\ & -N + \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 3 \, E) \,, & -N + \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 4 \, E) \,, \\ & -N + \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 3 \, E) \,, & -N + \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 4 \, E) \,, \\ & -N + \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 5 \, E) \,, & -N + \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 4 \, E) \,, \\ & -N + \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 5 \, E) \,, & -N + \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 4 \, E) \,, \\ & -N + \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 5 \, E) \,, & -N + \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 4 \, E) \,, \\ & -N + \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 5 \, E) \,, & -N + \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 4 \, E) \,, \\ & -N + \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 5 \, E) \,, & -N + \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 4 \, E) \,, \\ & -N + \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 5 \, E) \,, & -N + \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 4 \, E) \,, \\ & -N + \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 5 \, E) \,, & -N + \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 4 \, E) \,, \\ & -N + \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 5 \, E) \,, & -N + \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 4 \, E) \,, \\ & -N + \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 5 \, E) \,, & -N + \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, \\ & -N + \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 5 \, E) \,, & -N + \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, \\ & -N + \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E)$$

(式中、R^{a5}及びR^{b5}は、同一又は異なって、水素原子、置換基を有していてもよい炭化水素基、又は置換基を有していてもよいヘテロ環基を表すか、あるいはR^{a5}及びR^{b5}が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に、置換基を有していてもよい環状アミノ基を表す)で表される基があげられる上記「ジ (アシル) -アミノ基」の定義において、

式 $(\omega-1E)$ で表される基で、 R^{*5} が炭化水素基である基を「ビス(炭化水素

ーカルボニル) ーアミノ基」、R * 5 がヘテロ環基である基を「ビス (ヘテロ環ーカルボニル) ーアミノ基」と称する。

式 $(\omega - 2E)$ で表される基で、 R^{45} が炭化水素基である基を「ビス(炭化水素 - オキシーカルボニル) - アミノ基」、 R^{45} がヘテロ環基である基を「ビス(ヘテロ環ーオキシーカルボニル) - アミノ基」と称する。

式 $(\omega - 3E)$ で表される基で、 R^{a5} が炭化水素基である基を「ビス(炭化水素 - カルボニルーカルボニル) - アミノ基」、 R^{a5} がヘテロ環基である基を「ビス (ヘテロ環ーカルボニルーカルボニル) - アミノ基」と称する。

式 $(\omega - 4E)$ で表される基で、 R^{a5} が炭化水素基である基を「ビス(炭化水素 ーオキシーカルボニルーカルボニル) ーアミノ基」、 R^{a5} がヘテロ環基である基を「ビス (ヘテロ環ーオキシーカルボニルーカルボニル) ーアミノ基」と称する。式 $(\omega - 5E)$ で表される基で、 R^{a5} が炭化水素基である基を「ビス(炭化水素 ースルファニルーカルボニル) ーアミノ基」、 R^{a5} がヘテロ環基である基を「ビス (ヘテロ環ースルファニルーカルボニル) ーアミノ基」と称する。

式 $(\omega - 6 E)$ で表される基で、 R^{45} が炭化水素基である基を「ビス(炭化水素 - チオカルボニル) - アミノ基」、 R^{45} がヘテロ環基である基を「ビス(ヘテロ 環- チオカルボニル)- アミノ基」と称する。

式 $(\omega - 7E)$ で表される基で、 R^{*5} が炭化水素基である基を「ビス(炭化水素 - オキシーチオカルボニル) - アミノ基」、 R^{*5} がヘテロ環基である基を「ビス (ヘテロ環 - オキシーチオカルボニル) - アミノ基」と称する。

式 (ω-8E) で表される基で、R^{*5}が炭化水素基である基を「ビス(炭化水素 -スルファニルーチオカルボニル)-アミノ基」、R^{*5}がヘテロ環基である基を 「ビス (ヘテロ環-スルファニルーチオカルボニル) -アミノ基」と称する。

式 $(\omega - 9E)$ で表される基で、 R^{*5} が炭化水素基である基を「ビス (N - 炭化 水素 - カルバモイル)アミノ基」、 R^{*5} がヘテロ環基である基を「ビス (N - テロ環 - カルバモイル)- アミノ基」と称する。

式 $(\omega - 10E)$ で表される基で、 R^{35} 及び R^{55} が炭化水素基である基を「ビス

[N, N-ジ(炭化水素) -カルバモイル] -アミノ基」、R^{a5}及びR^{b5}がヘテロ環基である基を「ビス[N, N-ジ(ヘテロ環) -カルバモイル] -アミノ基」、R^{a5}が炭化水素基でありR^{b5}がヘテロ環基である基を「ビス(N-炭化水素-N-ヘテロ環ーカルバモイル) -アミノ基」、R^{a5}及びR^{b5}が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「ビス(環状アミノーカルボニル) -アミノ基」と称する。

式 $(\omega-11E)$ で表される基で、 R^{a5} が炭化水素基である基を「ビス (N-炭 化水素-チオカルバモイル) -アミノ基]、 R^{a5} がヘテロ環基である基を「ビス (N-ヘテロ環-チオカルバモイル) -アミノ基] と称する。

式 $(\omega-12E)$ で表される基で、 R^{a5} 及び R^{b5} が炭化水素基である基を「ビス $[N, N-\Im]$ (炭化水素) - チオカルバモイル] - アミノ基」、 R^{a5} 及び R^{b5} が ヘテロ環基である基を「ビス $[N, N-\Im]$ (ヘテロ環) - チオカルバモイル] - アミノ基」、 R^{a5} が炭化水素基であり R^{b5} がヘテロ環基である基を「ビス (N- 炭化水素-N-ヘテロ環- チオカルバモイル)- アミノ基」、 R^{a5} 及び R^{b5} が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「ビス (環状アミノーチオカルボニル) - アミノ基」と称する。

式 $(\omega-13E)$ で表される基で、 R^{*5} が炭化水素基である基を「ビス(N-炭化水素-スルファモイル)-アミノ基」、 R^{*5} がヘテロ環基である基を「ビス(N-ヘテロ環-スルファモイル)-アミノ基」と称する。

式($\omega-14E$)で表される基で、 R^{a5} 及び R^{b5} が炭化水素基である基を「ビス [N, N-ジ(炭化水素)-スルファモイル] -アミノ基」、 R^{a5} 及び R^{b5} がへ テロ環基である基を「ビス [N, N-ジ(ヘテロ環)-スルファモイル] -アミノ基」、 R^{a5} が炭化水素基であり R^{b5} がヘテロ環基である基を「ビス(N-炭化 水素-N-ヘテロ環-スルファモイル)-アミノ基」、 R^{a5} 及び R^{b5} が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「ビス(環 状アミノ-スルホニル)-アミノ基」と称する。

式 $(\omega-15E)$ で表される基で、 R^{*5} が炭化水素基である基を「ビス (N-炭

化水素-スルフィナモイル) -アミノ基」、R*⁵がヘテロ環基である基を「ビス (N-ヘテロ環-スルフィナモイル) -アミノ基」と称する。

式($\omega-1$ 6E)で表される基で、 R^{*5} 及び R^{b5} が炭化水素基である基を「ビス [N, N-ジ(炭化水素)-スルフィナモイル] -アミノ基」、 R^{*5} 及び R^{b5} が ヘテロ環基である基を「ビス [N, N-ジ(ヘテロ環)-スルフィナモイル] -アミノ基」、 R^{*5} が炭化水素基であり R^{b5} がヘテロ環基である基を「ビス (N-炭化水素-N-ヘテロ環-スルフィナモイル)-アミノ基」、 R^{*5} 及び R^{b5} が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「ビス (環状アミノースルフィニル) -アミノ基」と称する。

式 $(\omega-17E)$ で表される基で、 R^{*5} が炭化水素基である基を「ビス(炭化水素ーオキシースルホニルー)アミノ基」、 R^{*5} がヘテロ環基である基を「ビス(ヘテロ環ーオキシースルホニル)-アミノ基」と称する。

式 (ω-18E) で表される基で、R^{*5}が炭化水素基である基を「ビス(炭化水素-オキシースルフィニル)-アミノ基」、R^{*5}がヘテロ環基である基を「ビス(ヘテロ環-オキシースルフィニル)-アミノ基」と称する。

式($\omega-19E$)で表される基で、 R^{a5} 及び R^{b5} が炭化水素基である基を「ビス [O, O'ージ(炭化水素) -ホスホノ] -アミノ基」、 R^{a5} 及び R^{b5} がヘテロ環基である基を「ビス [O, O'ージ(ヘテロ環) -ホスホノ] -アミノ基」、 R^{a5} が炭化水素基であり R^{b5} がヘテロ環基である基を「ビス(O-炭化水素-0' -ヘテロ環-ホスホノ)-アミノ基」と称する。

式 $(\omega - 21E)$ で表される基で、 R^{a5} が炭化水素基である基を「ビス(炭化水素ースルフィニル) -アミノ基」、 R^{a5} がヘテロ環基である基を「ビス(ヘテロ環ースルフィニル) -アミノ基」と称する。

上記式 $(\omega-1E)$ 乃至 $(\omega-21E)$ で表される基における「炭化水素」とし

ては、上記「炭化水素基」と同様の基が挙げられる。例えば、式(ω -1E)で表される「ビス(炭化水素-カルボニル)-アミノ基」としては、ビス(アルキルーカルボニル)-アミノ基、ビス(アルケニルーカルボニル)-アミノ基、ビス(アルキニルーカルボニル)-アミノ基、ビス(シクロアルキルーカルボニル)-アミノ基、ビス(シクロアルキルーカルボニル)-アミノ基、ビス(シクロアルケニルーカルボニル)-アミノ基、ビス(シクロアルキルーアルキルーカルボニル)-アミノ基等のビス(脂肪族炭化水素-カルボニル)-アミノ基;ビス(アリールーカルボニル)-アミノ基;ビス(アラルキルーカルボニル)-アミノ基;ビス(アリールーカルボニル)-アミノ基;ビス(スピロ環式炭化水素-カルボニル)-アミノ基;ビス(アルペン系炭化水素-カルボニル)-アミノ基が挙げられる。以下、式(ω -2E)乃至(ω -21E)で表される基も同様である。

上記式($\omega-1$ E)乃至($\omega-2$ 1E)で表される基における「ヘテロ環」としては、上記「ヘテロ環基」と同様の基が挙げられる。例えば、式($\omega-1$ E)で表される「ビス(ヘテロ環ーカルボニル)-アミノ基」としては、例えば、ビス(単環式ヘテロアリールーカルボニル)-アミノ基、ビス(縮合多環式ヘテロアリールーカルボニル)-アミノ基、ビス(単環式非芳香族ヘテロ環ーカルボニル)アミノ基、ビス(縮合多環式非芳香族ヘテロ環ーカルボニル)アミノ基が挙げられる。以下、式($\omega-2$ E)乃至($\omega-2$ 1E)で表される基も同様である。上記式($\omega-1$ 0E)乃至($\omega-1$ 6E)で表される基における「環状アミノ」としては、上記「環状アミノ基」と同様の基が挙げられる。

上記「アシルーアミノ基」及び「ジ(アシル)ーアミノ基」を総称して、「アシル 置換アミノ基」と称する。また、上記「Nー炭化水素-アミノ基」、「N, Nージ (炭化水素)ーアミノ基」、「Nーヘテロ環-アミノ基」、「Nー炭化水素-Nーヘ テロ環-アミノ基」、「環状アミノ基」、「アシルーアミノ基」、及び「ジ(アシル) ーアミノ基」を総称して、「置換アミノ基」と称する。

以下、上記一般式(I)で表される化合物について具体的に説明する。

上記一般式(I)において、Aとしては、水素原子又はアセチル基を挙げることができ、好適には水素原子である。

環Zの定義における「式-O-A(式中、Aは上記定義と同義である)及び式-CONH-E(式中、Eは上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいアレーン」の「アレーン」としては、単環式又は縮合多環式芳香族炭化水素が挙げられ、例えば、ベンゼン環、ナフタレン環、アンラセン環、フェナントレン環、アセナフチレン環等が挙げられる。好適には、ベンゼン環、ナフタレン環等の $C_6 \sim C_{10}$ のアレーンであり、さらに好適には、ベンゼン環及びナフタレン環であり、最も好適には、ベンゼン環である。

上記環 Z の定義における「式 – O – A (式中、A は上記定義と同義である)及び式 – C O N H – E (式中、E は上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいアレーン」の「置換基」としては、上記「置換基を有していてもよい」の定義における「置換基」と同様の基が挙げられる。該置換基のアレーン上での置換位置は特に限定されない。また、該置換基が 2 個以上存在する場合、それらは同一であっても異なっていてもよい。

上記環 Z の定義における「式ーOーA(式中、Aは上記定義と同義である)及び式ーCONHーE(式中、Eは上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいアレーン」が「式ーOーA(式中、Aは上記定義と同義である)及び式ーCONHーE(式中、Eは上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいベンゼン環」である場合、好適には、「式ーOーA(式中、Aは上記定義と同義である)及び式ーCONHーE(式中、Eは上記定義と同義である)で表される基の他に更に1ないし3個の置換基を有するベンゼン環」であり、更に好適には、「式ーOーA(式中、Aは上記定義と同義である)及び式ーCONHーE(式中、Eは上記定義と同義である)で表される基の他に更に1個の置換基を有するベンゼン環」である。このとき、該置換基としては、好適には、下記「置換基群γー1 z」から選択される基であり、更に好適には、ハロゲン原子及びtertーブチル基〔(1、1ージメチル)エチ

ì

Ŕ

ル基]であり、最も好適には、ハロゲン原子である。

[置換基群 $\gamma-1$ z] ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、ヒドロキシ基、メト キシ基、メチル基、イソプロピル基、tert-ブチル基、1, 1, 3, 3-テ トラメチルブチル基、2-フェニルエテン-1-イル基、2,2-ジシアノエテ ンー1ーイル基、2ーシアノー2ー (メトキシカルボニル) エテンー1ーイル基、 2-カルボキシー2-シアノエテン-1-イル基、エチニル基、フェニルエチニ ル基、(トリメチルシリル) エチニル基、トリフルオロメチル基、ペンタフルオロ エチル基、フェニル基、4-(トリフルオロメチル)フェニル基、4-フルオロ フェニル基、2, 4-ジフルオロフェニル基、2-フェネチル基、1-ヒドロキ シエチル基、1-(メトキシイミノ) エチル基、1-[(ベンジルオキシ) イミノ] エチル基、2-チエニル基 [チオフェン-2-イル基]、3-チエニル基 [チオフ ェンー3-イル基]、1-ピロリル基 [ピロール-1-イル基]、2-メチルチア *ゾールー4ーイル基、イミダゾ [1, 2-a] ピリジンー2ーイル基、2ーピリ ジル基 [ピリジン-2-イル基]、アセチル基、イソブチリル基、ピペリジノカル ボニル基、4 ーベンジルピペリジノカルボニル基、(ピロールー1ーイル) スルホ ニル基、カルボキシ基、メトキシカルボニル基、N-[3, 5-ビス(トリフル オロメチル)フェニル]カルバモイル基、N, N-ジメチルカルバモイル基、ス ルファモイル基、N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]スルフ ァモイル基、N, N-ジメチルスルファモイル基、アミノ基、N, N-ジメチル アミノ基、アセチルアミノ基、ベンゾイルアミノ基、メタンスルホニルアミノ基、 ベンゼンスルホニルアミノ基、3-フェニルウレイド基、(3-フェニル) チオウ レイド基、(4-ニトロフェニル) ジアゼニル基、{[4-(ピリジン-2-イル) スルファモイル]フェニル}ジアゼニル基

上記環 Z の定義における「式 – O – A (式中、Aは上記定義と同義である)及び式 – C O N H – E (式中、E は上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいアレーン」が「式 – O – A (式中、Aは上記定義と同義である)及び式 – C O N H – E (式中、E は上記定義と同義である)で表さ

れる基の他にさらに置換基を有していてもよいベンゼン環」である場合、該置換基が1個であり、一般式(I)における環Zを含む下記部分構造式(IZ-1):

が下記式 (Iz-2):

$$(1 z-2)$$

で表される場合のR*の位置に存在することが最も好ましい。このとき、該置換基をR*と定義することができる。R*としては、好適には、下記「置換基群 γ – 2 z」から選択される基であり、更に好適には、ハロゲン原子及び t e r t - ブチル基であり、最も好適には、ハロゲン原子である。

[置換基群 γ − 2 z] ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、メトキシ基、メチル基、イソプロピル基、tertーブチル基、1, 1, 3, 3 − テトラメチルブチル基、2 − フェニルエテン− 1 − イル基、2, 2 − ジシアノエテン− 1 − イル基、2 − シアノー2 − (メトキシカルボニル) エテン− 1 − イル基、2 − カルボキシー2 − シアノエテン− 1 − イル基、エチニル基、フェニルエチニル基、(トリメチルシリル) エチニル基、トリフルオロメチル基、ペンタフルオロエチル基、フェニル基、4 − (トリフルオロメチル) フェニル基、4 − フルオロフェニル基、2, 4 − ジフルオロフェニル基、2 − フェネチル基、1 − ヒドロキシエチル基、1 − (メトキシイミノ) エチル基、1 − [(ベンジルオキシ) イミノ] エチル基、2 − チェニル基、3 − チェニル基、1 − ピロリル基、2 − メチルチアゾールー4 − イル基、イミダゾ [1, 2 − a] ピリジン−2 − イル基、2 − ピリジル基、アセチル基、インブチリル基、ピペリジノカルボニル基、4 − ベンジルピペリジノカル

ボニル基、(ピロールー1ーイル) スルホニル基、カルボキシ基、メトキシカルボニル基、Nー[3,5ービス(トリフルオロメチル)フェニル]カルバモイル基、N,Nージメチルカルバモイル基、スルファモイル基、Nー[3,5ービス(トリフルオロメチル)フェニル]スルファモイル基、N,Nージメチルスルファモイル基、アミノ基、N,Nージメチルアミノ基、アセチルアミノ基、ベンゾイルアミノ基、メタンスルホニルアミノ基、ベンゼンスルホニルアミノ基、3ーフェニルウレイド基、(3ーフェニル)チオウレイド基、(4ーニトロフェニル)ジアゼニル基、{[4ー(ピリジンー2ーイル)スルファモイル]フェニル}ジアゼニル基

上記環Zの定義における「式-O-A(式中、Aは上記定義と同義である)及び式-CONH-E(式中、Eは上記定義と同義である)で表される基の他に更に置換基を有していてもよいアレーン」が「式-O-A(式中、Aは上記定義と同義である)及び式-CONH-E(式中、Eは上記定義と同義である)で表される基の他に更に置換基を有していてもよいナフタレン環」である場合、好適には、ナフタレン環である。

環2の定義における「式-O-A(式中、Aは上記定義と同義である)及び式-CONH-E(式中、Eは上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいヘテロアレーン」の「ヘテロアレーン」としては、環系を構成する原子(環原子)として、酸素原子、硫黄原子及び窒素原子等から選択されたヘテロ原子1ないし3種を少なくとも1個含む単環式又は縮合多環式芳香族複素環が挙げられ、例えば、フラン環、チオフェン環、ピロール環、オキサゾール環、イソオキサゾール環、チアゾール環、イソチアゾール環、イミダゾール環、ピラゾール環、1,2,3ーチアジアゾール環、1,2,3ートリアゾール環、ピリジン環、ピリダジン環、ピリミジン環、ピラジン環、1,2,3ートリアジン環、1,2,4ートリアジン環、1Hーアゼピン環、1,4ーオキセピン環、1,4ーチアゼピン環、ベンゾフラン環、イソベンゾフラン環、ベンゾ[b]チオフェン環、ベンゾ[c]チオフェン環、

上記環 Z の定義における「式 – O – A (式中、A は上記定義と同義である)及び式 – C O N H – E (式中、E は上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいヘテロアレーン」の「置換基」としては、上記「置換基を有していてもよい」の定義における「置換基」と同様の基が挙げられる。該置換基のヘテロアレーン上での置換位置は特に限定されない。また、該置換基が 2 個以上存在する場合、それらは同一であっても異なっていてもよい。

上記環 Z の定義における「式-O-A(式中、Aは上記定義と同義である)及び式-CONH-E(式中、Eは上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいヘテロアレーン」の「置換基」としては、好適には、ハロゲン原子である。

Eの定義における「2,5-ジ置換フェニル基」の「置換基」としては、上記「置換基を有していてもよい」の定義における「置換基」と同様の基が挙げられる。

上記Eの定義における「2, 5-ジ置換フェニル基」の好適な基の具体例としては、下記「置換基群 $\delta-1$ e」に示す基が挙げられる。

[置換基群 $\delta-1e$] 2, 5-iジメトキシフェニル基、2-iクロロー5-iフルオロメチル) フェニル基、2,5-ビス(トリフルオロメチル) フェニル基、 2-フルオロー5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-ニトロー5-(ト リフルオロメチル)フェニル基、2ーメチルー5ー(トリフルオロメチル)フェ ニル基、2-メトキシ-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-メチルス ルファニルー5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-(1-ピロリジニル) -5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-モルホリノ-5-(トリフルオ ロメチル)フェニル基、2,5-ジクロロフェニル基、2,5-ビス[(1,1-ジメチル) エチル] フェニル基、5-[(1, 1-ジメチル) エチル] -2-メト キシフェニル基、4-メトキシビフェニル-3-イル基、2-ブロモ-5-(ト リフルオロメチル)フェニル基、2-(2-ナフチルオキシ)-5-(トリフル オロメチル)フェニル基、2-(2,4-ジクロロフェノキシ)-5-(トリフ ルオロメチル)フェニル基、2-[4-(トリフルオロメチル)ピペリジン-1 ーイル] -5- (トリフルオロメチル) フェニル基、2- (2, 2, 2-トリフ ルオロエトキシ) -5- (トリフルオロメチル) フェニル基、2- (2-メトキ シフェノキシ) -5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-(4-クロロー 3, 5-ジメチルフェノキシ) -5- (トリフルオロメチル) フェニル基、2-ピペリジノー5ー(トリフルオロメチル)フェニル基、2 - (4 - メチルフェノ キシ) -5-(トリフルオロメチル) フェニル基、2-(4-クロロフェノキシ) -5-(トリフルオロメチル)フェニル基、5-イソプロピル-2-メチルフェ ニル基、2,5-ジェトキシフェニル基、2,5-ジメチルフェニル基、5-ク ロロー2-シアノ基、5-ジエチルスルファモイルー2-メトキシフェニル基、 2-クロロー5-ニトロフェニル基、2-メトキシー5-(フェニルカルバモイ ル) フェニル基、5-アセチルアミノー2-メトキシフェニル基、5-メトキシ -2-メチルフェニル基、2,5-ジブトキシフェニル基、2,5-ジイソペン

チルオキシ基、5-カルバモイル-2-メトキシフェニル基、5-[(1,1-ジ メチル)プロピル]ー2-フェノキシフェニル基、2-ヘキシルオキシ-5-メ タンスルホニル基、5 - [(2, 2 - ジメチル) プロピオニル] - 2 - メチルフェ ニル基、5-メトキシー2-(1-ピロリル)フェニル基、5-クロロ-2-(p ートルエンスルホニル)フェニル基、2-クロロ-5-(p-トルエンスルホニ ル) フェニル基、2-フルオロー5-メタンスルホニル基、2-メトキシー5-フェノキシ基、2-メトキシー5-(1-メチル-1-フェニルエチル)フェニ ル基、5ーモルホリノー2ーニトロフェニル基、5ーフルオロー2ー(1ーイミ ダゾリル)フェニル基、2-ブチルー5-ニトロフェニル基、5-[(1, 1-ジ メチル)プロピル]ー2ーヒドロキシフェニル基、2ーメトキシー5ーメチルフ ェニル基、2,5-ジフルオロフェニル基、2-ベンゾイル-5-メチルフェニ ル基、2 - (4 - シアノフェノキシ) - 5 - (トリフルオロメチル) フェニル基、 2- (4-メトキシフェノキシ) -5- (トリフルオロメチル) フェニル基 上記Eの定義における「2,5-ジ置換フェニル基」としては、更に好適には、 「2,5ージ置換フェニル基(但し、該置換基の少なくとも1個はトリフルオロ メチル基である)」であり、特に更に好適には、下記「置換基群 $\delta - 2e$ 」から選 択される基であり、最も好適には、2,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニ ル基である。

[置換基群 δ - 2 e] 2 - クロロー 5 - (トリフルオロメチル) フェニル基、2, 5 - ビス (トリフルオロメチル) フェニル基、2 - フルオロー 5 - (トリフルオロメチル) フェニル基、2 - フルオロー 5 - (トリフルオロメチル) フェニル基、2 - メチル) フェニル基、2 - メチルー 5 - (トリフルオロメチル) フェニル基、2 - メトキシー 5 - (トリフルオロメチル) フェニル基、2 - メチルスルファニルー 5 - (トリフルオロメチル) フェニル基、2 - (1 - ピロリジニル) - 5 - (トリフルオロメチル) フェニル基、2 - でレホリノー 5 - (トリフルオロメチル) フェニル基、2 - でファンオロメチル) フェニル基、2 - (2 - ナフチルオキシ) - 5 - (トリフルオロメチル) フェニル基、2 - (2 - ナフチルオキシ) ー 5 - (トリフルオロメチル) フェニル基、2 - (2 - チンクロロフェノキシ)

Eの定義における「3,5ージ置換フェニル基」の「置換基」としては、上記「置換基を有していてもよい」の定義における「置換基」と同様の基が挙げられる。 上記 Eの定義における「3,5ージ置換フェニル基」の好適な基の具体例としては、下記「置換基群 $\delta-3$ e」に示す基が挙げられる。

[置換基群 δ - 3 e] 3, 5 - ビス (トリフルオロメチル) フェニル基、3, 5 - ジクロロフェニル基、3, 5 - ビス [(1, 1 - ジメチル) エチル] フェニル基、3 - フルオロー5 - (トリフルオロメチル) フェニル基、3 - ブロモー5 - (トリフルオロメチル) フェニル基、3 - ブロモー5 - (トリフルオロメチル) フェニル基、3, 5 - ジストキシー5 - (トリフルオロメチル) フェニル基、3, 5 - ジストロフェニル基、3, 5 - ジメチルフェニル基、3, 5 - ジストキシフェニル基、3, 5 - ビス (メトキシカルボニル) フェニル基、3 - メトキシカルボニルー5 - (トリフルオロメチル) フェニル基、3 - カルボキシー5 - (トリフルオロメチル) フェニル基、3, 5 - ジカルボキシフェニル基、3, 5 - ジカルボキシフェニル基

上記Eの定義における「3, 5-ジ置換フェニル基」としては、更に好適には、「3, 5-ジ置換フェニル基(但し、該置換基の少なくとも1個はトリフルオロメチル基である)」であり、特に更に好適には、下記「置換基群 δ -4e」から選択される基であり、最も好適には、3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニ

ル基である。

.

[置換基群 δ - 4 e] 3, 5 - ビス (トリフルオロメチル) フェニル基、3 - フルオロ-5 - (トリフルオロメチル) フェニル基、3 - ブロモー5 - (トリフルオロメチル) フェニル基、3 - メトキシー5 - (トリフルオロメチル) フェニル基、3 - メトキシカルボニルー5 - (トリフルオロメチル) フェニル基、3 - カルボキシー5 - (トリフルオロメチル) フェニル基

Eの定義における「置換基を有していてもよい単環式若しくは縮合多環式へテロアリール基(ただし、該へテロアリール基が、①式(I)中の一CONH-基に直結する環がベンゼン環である縮合多環式へテロアリール基、②無置換のチアゾールー2ーイル基、及び③無置換のベンゾチアゾールー2ーイル基である場合を除く)」の「置換基」としては、上記「置換基を有していてもよい」の定義における「置換基」と同様の基が挙げられる。該置換基のヘテロアリール基上での置換位置は特に限定されない。また、該置換基が2個以上存在する場合、それらは同一であっても異なっていてもよい。

上記Eの定義における「置換基を有していてもよい単環式若しくは縮合多環式へ テロアリール基」の「単環式へテロアリール基」としては、上記「ヘテロ環基」 の定義における「単環式へテロアリール基」と同様の基が挙げられる。

上記Eの定義における「置換基を有していてもよい単環式若しくは縮合多環式へテロアリール基」の「縮合多環式へテロアリール基」としては、上記「ヘテロ環基」の定義における「縮合多環式へテロアリール基」と同様の基が挙げられる。上記Eの定義における「置換基を有していてもよい単環式若しくは縮合多環式へテロアリール基」としては、①一般式(I)中の一CONHー基に直結する環がベンゼン環である縮合多環式へテロアリール基、②無置換のチアゾールー2ーイル基、及び③無置換のベンゾチアゾールー2ーイル基は除く。

上記Eの定義における「置換基を有していてもよい単環式若しくは縮合多環式へ テロアリール基」の「単環式若しくは縮合多環式へテロアリール基」としては、 好適には、5ないし10員の単環式若しくは縮合多環式へテロアリール基であり、 このとき、好適な基の具体例としては、チアゾリル基、チエニル基、ピラゾリル 基、オキサゾリル基、1,3,4ーチアジアゾリル基、ピリジル基、ピリミジニ ル基、ピラジニル基、及びキノリル基である。

上記Eの定義における「置換基を有していてもよい単環式若しくは縮合多環式へテロアリール基」の「単環式若しくは縮合多環式へテロアリール基」としては、更に好適には、5員の単環式へテロアリール基であり、特に更に好適には、チアゾリル基、チエニル基、ピラゾリル基、オキサゾリル基、及び1,3,4ーチアジアゾリル基であり、最も好適には、チアゾリル基である。

ここで、上記Eの定義における「置換基を有していてもよい単環式若しくは縮合 多環式へテロアリール基」としては、「無置換のチアゾールー2ーイル基は除く」 ので、該「置換基を有していてもよい単環式若しくは縮合多環式へテロアリール 基」としては、最も好適には、置換チアゾリル基である。

上記Eの定義における「置換基を有していてもよい単環式若しくは縮合多環式へ テロアリール基」が「置換チアゾリル基」である場合、好適には、「モノ置換チア ゾールー2ーイル基」、及び「ジ置換チアゾールー2ーイル基」であり、更に好適 には、「ジ置換チアゾールー2ーイル基」である。

上記Eの定義における「置換基を有していてもよい単環式若しくは縮合多環式へテロアリール基」が「ジ置換チアゾールー 2- イル基」である場合、特に更に好適には、下記「置換基群 $\delta-5$ e」から選択される基であり、最も好適には、4-[(1,1- ジメチル)エチル]-5-[(2,2- ジメチル)プロピオニル]チアゾールー 2- イル基である。

[置換基群 $\delta - 5$ e] 5 - 7 ロモー4 - [(1, 1 - 5) + 7) エチル] チアゾールー2ーイル基、5 - 7 ロモー4 - (トリフルオロメチル) チアゾールー2ーイル基、5 - 5 アノー4 - [(1, 1 - 5) + 7) エチル] チアゾールー2ーイル基、5 - 3 チルチアゾールー2ーイル基、4, 5 - 5 チルチアゾールー2ーイル基、5 - 3 チルチアゾールー2ーイル基、5 - 3 チルー4ーフェニルチアゾールー2ーイル基、5 - 4 ーフルオロフェニル) -4 - 3 チルチアゾールー2ーイル基、4 - 3 チルー5 - 3 (トリフル

WO 03/103654 PCT/JP03/07119

オロメチル)フェニル]チアゾールー2ーイル基、4-[(1,1-ジメチル)エ チル】-5-エチルチアゾール-2-イル基、4-エチルー5-フェニルチアゾ ールー2ーイル基、4ーイソプロピルー5ーフェニルチアゾールー2ーイル基、 4-ブチルー5-フェニルチアゾールー2-イル基、<math>4-[(1, 1-ジメチル)]エチル]-5-[(2,2-ジメチル)プロピオニル]チアゾールー2ーイル基、4-[(1, 1-ジメチル) エチル] -5-(エトキシカルボニル) チアゾールー 2-イル基、4-[(1,1-ジメチル) エチル] -5-ピペリジノチアゾールー 2-イル基、4- [(1, 1-ジメチル) エチル] -5-モルホリノチアゾールー 2-イル基、4-[(1,1-ジメチル)エチル]-5-(4-メチルピペラジン -1-イル) チアゾール-2-イル基、4-[(1, 1-ジメチル) エチル] -5 - (4-フェニルピペラジン-1-イル) チアゾール-2-イル基、5ーカルボ キシメチルー4ーフェニルチアゾールー2ーイル基、4,5ージフェニルチアゾ ールー2-イル基、4-ベンジルー5-フェニルチアゾールー2-イル基、5-フェニル-4- (トリフルオロメチル) チアゾール-2-イル基、5-アセチル - 4-フェニルチアゾール-2-イル基、5-ベンゾイル-4-フェニルチアゾ ールー2ーイル基、5ーエトキシカルボニルー4ーフェニルチアゾールー2ーイ ル基、5-エトキシカルボニル-4- (ペンタフルオロフェニル) チアゾールー 2-イル基、5-メチルカルバモイル-4-フェニルチアゾール-2-イル基、 5-エチルカルバモイル-4-フェニルチアゾール-2-イル基、5-イソプロ ピルカルバモイルー4ーフェニルチアゾールー2ーイル基、5ー(2ーフェニル エチル) カルバモイルー4-フェニルチアゾールー2-イル基、5-エトキシカ ルボニル-4-(トリフルオロメチル)チアゾール-2-イル基、5-カルボキ シー4ー[(1, 1ージメチル) エチル] チアゾールー2ーイル基、5ー(エトキ - シカルボニル)メチルー4-フェニルチアゾールー2-イル基、5-カルボキシ - 4 - フェニルチアゾール - 2 - イル基、5 - プロピルカルバモイル - 4 - フェ ニルチアゾールー2ーイル基

上記Eの定義における「置換基を有していてもよい単環式若しくは縮合多環式へ

テロアリール基」が「モノ置換チアゾール-2-イル基」である場合、好適な基の具体例としては、下記「置換基群 δ -6 e」に示す基が挙げられる。

[置換基群 $\delta-6$ e] 4-[(1,1-i)y+n) エチル] チアゾールー2ーイル 基、4-7エニルチアゾールー2ーイル基、4-[3,5-i]ス(トリフルオロメチル)フェニル] チアゾールー2ーイル基、4-(2,4-i)クロロフェニル)チアゾールー2ーイル基、4-(3,4-i)クロロフェニル)チアゾールー2ーイル基、4-[4-()1カロフェニル)フェニル]チアゾールー2ーイル基、4-(2,5-i)1カロフェニル)チアゾールー2ーイル基、4-(2,5-i)1カロフェニル)チアゾールー2ーイル基、4-(4-i)1カロフェニル)チアゾールー2ーイル基、4-(3-i)1カロフェニル)チアゾールー2ーイル基、4-(3-i)1カロフェニル)チアゾールー2ーイル基、4-(3-i)1カロフェニル)チアゾールー2ーイル基

上記一般式 (I) で表される化合物としては、好適には、「下記一般式 (X-1) で表される置換安息香酸誘導体」以外の化合物である。

$$R^{1001}$$
 II X^{1001} $(X-1)$

(式中、

R 1001は、下記の一般式(X-2):

$$R^{1003}$$
 R^{1004}
 CH_2
 $(X-2)$

または、下記の一般式 (X-3):

WO 03/103654 PCT/JP03/07119

$$R^{1003}$$
 R^{1004}
 CH_2
 $(X-3)$

(式中、 R^{1003} 、 R^{1004} および R^{1005} は各々独立に水素原子、炭素数 $1\sim6$ の アルキル基または炭素数 $1\sim6$ のアルコキシ基であり、 R^{1009} および R^{1010} は 各々独立に水素原子、炭素数 $1\sim6$ のアルキル基または炭素数 $2\sim1$ 1 のアシル基を示す)であり;

 R^{1002} は、水素原子、置換されていてもよい炭素数 $1\sim6$ の低級アルキル基、置換されていてもよい炭素数 $6\sim1$ 2 のアリール基、置換されていてもよい炭素数 $4\sim1$ 1 のヘテロアリール基、置換されていてもよい炭素数 $7\sim1$ 4 のアラルキル基、置換されていてもよい炭素数 $5\sim1$ 3 のヘテロアリールアルキル基を示すか、あるいは炭素数 $2\sim1$ 1 のアシル基であり;

X¹⁰⁰¹は、エステル化またはアミド化されていてもよいカルボキシル基を示す。) 上記一般式(I)で表される化合物は塩を形成することができる。薬理学的に許容される塩としては、酸性基が存在する場合には、例えば、リチウム塩、ナトリウム塩、カリウム塩、マグネシウム塩、カルシウム塩等の金属塩、又はアンモニウム塩、メチルアンモニウム塩、ジメチルアンモニウム塩、トリメチルアンモニウム塩、ジシクロヘキシルアンモニウム塩等のアンモニウム塩をあげることができ、塩基性基が存在する場合には、例えば、塩酸塩、臭酸塩、硫酸塩、硝酸塩、リン酸塩等の鉱酸塩、あるいはメタンスルホン酸塩、ベンゼンスルホン酸塩、パラトールエンスルホン酸塩、酢酸塩、プロピオン酸塩、酒石酸塩、フマール酸塩、マレイン酸塩、リンゴ酸塩、シュウ酸塩、コハク酸塩、クエン酸塩、安息香酸塩、マンデル酸塩、ケイ皮酸塩、乳酸塩等の有機酸塩をあげることができる。グリシンなどのアミノ酸と塩を形成する場合もある。本発明の医薬の有効成分としては、薬学的に許容される塩も好適に用いることができる。

上記一般式(I)で表される化合物又はその塩は、水和物又は溶媒和物として存

在する場合もある。本発明の医薬の有効成分としては、上記のいずれの物質を用いてもよい。さらに一般式(I)で表される化合物は1以上の不斉炭素を有する場合があり、光学活性体やジアステレオマーなどの立体異性体として存在する場合がある。本発明の医薬の有効成分としては、純粋な形態の立体異性体、光学対掌体又はジアステレオマーの任意の混合物、ラセミ体などを用いてもよい。

また、一般式(I)で表される化合物が例えば2ーヒドロキシピリジン構造を有する場合、その互変異性体(tautomer)である2ーピリドン構造として存在する場合がある。本発明の医薬の有効成分としては、純粋な形態の互変異性体又はそれらの混合物を用いてもよい。また、一般式(I)で表される化合物がオレフィン性の二重結合を有する場合には、その配置は乙配置又はE配置のいずれでもよく、本発明の医薬の有効成分としてはいずれかの配置の幾何異性体又はそれらの混合物を用いてもよい。

本発明の医薬の有効成分として一般式(I)に包含される化合物を以下に例示するが、本発明の医薬の有効成分は下記の化合物に限定されることはない。

なお、下記表において用いられる略語の意味は下記の通りである。

Me:メチル基、Et:エチル基。

化合物番号	A O Z	Е
1	Me O	CF ₃
. 2	OH	CF ₃
3	OH F	CF ₃
4	OH OH	CF ₃
5	O Me O CI	CF ₃
6	OH Br	CF ₃

7	OH	CF ₃
8	OH NO ₂	CF ₃
9	OH	CF ₃
1 0	OH Me	CF ₃
1 1	OH Me Me	CF ₃
1 2	OH O Me	CF ₃
1 3	HO	CF ₃
1 4	MeO N Me	CF ₃

WO 03/103654 PCT/JP03/07119

1 5	OH OH Me	CF ₃
1 6	OH CN	CF ₃
1 7	OH CN CO ₂ Me	CF ₃
1 8	OH CN CO ₂ H	CF ₃
19	OH	CF ₃
2 0	OH SiMe ₃	CF ₃

2 1	OH H	CF ₃
2 2	, E	CF ₃
2 3	OH	CF ₃
2 4	OH OH	CF ₃
2 5	OH CF ₃	CF ₃
2 6	OH CF₂CF3	CF ₃

		4
2 7	OH N	CF ₃
2 8	OH S	CF ₃
2 9	OH S	CF ₃
3 0	OH N S— Me	CF ₃
3 1	OH N N	CF ₃
3 2	OH N	CF ₃

3 3	OH OMe	CF ₃
3 4	OH Me Me	CF ₃
3 5	OH CO ₂ Me	CF ₃
3 6	OH CO₂H	CF ₃
3 7	OH CF3	CF ₃
3 8	OH CONMe ₂	CF ₃
3 9	OH OH	CF ₃

4 0	OH OH	CF ₃
4 1	OH SO ₂ NMe ₂	CF ₃
4 2	OH O=S=O	CF ₃
4 3	OH NH ₂	CF ₃
4 4	OH - NMe ₂	CF ₃
4 5	OH NO O	CF ₃
4 6	OH H N N N N N N N N N N N N N N N N N N	CF ₃

4 7	OH HN N S	CF ₃
4 8	OH NO2	CF ₃ CF ₃
4 9		CF ₃
5 0	OH ON NE N CI	CF ₃
5 1	CI	CF ₃
5 2	ОН	CF ₃

5 3	OH Me	CF ₃
5 4	HO Br	CF ₃
5 5	но	CF ₃
5 6	CI	CF ₃
5 7	но	CF ₃
5 8	OH Me	CF ₃
5 9	MeO	CF ₃
6.0	OH Me Me Me Me	CF ₃

6 1	CI	CF ₃
. 62	Me OH Me Me Me	CF ₃
6 3	OH F	CF ₃
6 4	CI	CF ₃
6 5	MeO	CF ₃
6 6	OH OMe	CF ₃
6 7	OH NHSO ₂ Me	CF ₃
6 8	OH HN S	CF ₃

6 9	OH HN Me	CF ₃
7 0	OH SO ₂ NH ₂	CF ₃
7 1	OH	CF ₃
7 2	OH	CF ₃
7 3	OH	CF ₃
7 4	OH Br S	CF ₃
7 5	OH N CI	CF ₃
7 6	OH N	CF ₃

7 7	OH HN CI	CF ₃
7 8	OH HN	CF ₃
7 9	OH HN CI	CF ₃
8 0	OH N N	CF ₃
8 1	OH	CF ₃
8 2	Me O CI	CF ₃
8 3	OH Br	CF ₃
8 4	OH Me	CF ₃

8 5	OH	CF ₃
8 6	OH Br	CF ₃
8 7	OH CI	CF ₃
8 8	OH	CF ₃
8 9	O Me O CI	CF ₃
9 0	OH Br	CF ₃
9 1	OH CI	CF ₃
9 2	OH CI	CF ₃

9 3	OH Br	CF ₃
9 4	OH Br	CF ₃ OMe
9 5	OH	CF ₃
9 6	OH Ci	CF ₃
9 7	OH OH	CF ₃
9 8	OH Br	CF ₃
9 9	OH NO ₂	CF. C
100	OH Me	CF ₃

101	OH OMe	CF ₃
102	OH Me	CF ₃
103	OH Me	CF ₃
104	OH CI	CF ₃
105	OH	CF ₃ OMe
106	OH	CF ₃
107	OH	CF ₃
1 0 8	OH CI	CF ₃ CO₂Me

109	OH	CF ₃ CO₂H
110	OH	CF ₃
111	OH I	CF ₃
	CI	
	J.	CI CI
112	OH	CF ₃
113	OH C	CF ₃ OCH ₂ CF ₃
114	OH CI	CF ₃

1 1 5	OH CI	CF ₃ O Me CI
116	OH	CF ₃
117	OH	CF ₃
118	OH CI	CF ₃
119	OH N CI	CF ₃
1 2 0	Me O	ū
121	OH	CI

1 2 2	OH	CI
123	OH Br	F
124	OH F	CI
1 2 5	ō — — ō	CI
1 2 6	OH Br	CI
1 2 7	OH	CI
1 2 8	OH Br	CI
1 2 9	CI	CI
1 3 0	OH NO ₂	CI

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
131	OH Me	CI
1 3 2	OH OMe	CI
133	OH Br	NO ₂
134	OH	Me Me Me Me Me
135	OH	Me Me Me OMe
136	Me O CI	Me Me Me OMe
137	OH Br	Me Me

138	OH	Me Me Me Me
139	O Me O CI	Me Me Me Me Me
140	он	
140		Me Me Me
	Br	Me Me Me
·		Me
1.41	OH	OMe
142	OH Br	OMe OMe
143	OH Br	OMe
144	OH Br	CO ₂ Me CO ₂ Me

4.5		
1 4 5	OH Me	Me Me Me Me Me
1 4 6	OH NO ₂	Me Me Me Me Me Me
1 4 7	OH Me	Me Me Me Me Me Me
1 4 8	OH OMe	Me Me Me Me Me
1 4 9	OH Me	Me Me Me OMe
150	OH Br	CO ₂ H CO ₂ H
151	OH	Me Me

1 5 2	OH CI	OEt OEt
153	OH	Me Me
154	OH	CN
155	OH CI	SO ₂ NEt ₂
156	OH	NO ₂
157	OH	OMe H
158	OH CI	OMe OMe
159	OH	O HN Me OMe

160	OH	OMe Me
161	OH	O Me
162	OH	Me O Me
		O Me
163	OH CI	CONH ₂
164	OH	Me Me
165	OH CI	SO ₂ Me
166	OH CI	Me Me Me

167	OH	OMe N
168	OH CI	CI O=S—Me
169	OH CI	O = S — Me
170	OH	SO ₂ Me
171	OH CI	OMe
172	OH CI	Me
1 7 3	OH CI	Me Me OMe

174	OH	o N
1 7 5	OH CI	NO ₂
1 7 6	OH CI	NO ₂
177	OH CI	Me Me
1 7 8	OH CI	Me OMe
179	OH	F F
180	OH CI	F
181	OH	CI

182	OH	CI
183	OH	OMe OMe
184	OH N CI	Me Me Me Me
185	OH Br	Me Me N Me
186	OH Br	Me Me Me S Br
187	OH Br	N CF3 Br
188	OH CI	Me Me Me S CN
189	OH Br	Me Me Me S CN

		<u> </u>
190	OH Br	N Me
191	OH Br	N Me S Me
192	OH Br	N N Me
193	OH Br	N Me
194	OH Br	N Me CF ₃
195	OH Br	Me Me Me S Et
196	OH Br	N Et
197	OH Br	Me N Me
198	OH Br	N Me

199	OH	Me Me Me S O Me Me Me
200	Me O CI	Me Me Me Me Me Me
2 0 1	OH Br	Me Me Me S O Me Me Me
202	OH Br	Me Me Me S CO ₂ Et
2 0 3	OH Br	Me Me Me S CO ₂ H
2 0 4	OH Br	Me Me Me
2 0 5	OH Br	Me Me Me S N O

206	OH Br	Me Me Me S N N N Me
207	OH Br	Me Me Me
2 0 8	OH Br	N S
2 0 9	OH Br	N CO ₂ Et
210	OH Br	N CO ₂ H
211	OH Br	N S
212	OH Br	N S
213	OH Br	N CF3

214	OH Br	N Me
215	OH Br	N O
2 1 6	OH Br	N S CO ₂ Et
2 1 7	OH Br	N GO ₂ H
2 1 8	OH CI	S CO ₂ Et
219	OH Br	F F S CO ₂ Et
2 2 0	OH Br	N CONHMe
2 2 1	OH Br	N CONHET

2 2 2	OH Br	N H Me
2 2 3	OH Br	
2 2 4	OH Br	N CF ₃ CO₂Et
225	OH OH	N CO ₂ Et
2 2 6	OH F	N CO ₂ Et
227	OH F	N CO ₂ Et

2 2 8	OH CF ₃	N CO ₂ Et
229	OH N	N CO ₂ Et
2 3 0	OH	N CO ₂ Et
2 3 1	OH CI	CF ₃
2 3 2	OH CI	EtO ₂ C
2 3 3	OH Br	N-NH
234	OH Br	N Et

2 3 5	OH Br	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
2 3 6	OH Br	N O
2 3 7	OH	N-N N-CF ₃
2 3 8	OH Br	N-N L S CF ₃
2 3 9	OH CI	N
2 4 0	OH CI	√N GI
2 4 1	OH	OMe N CI
2 4 2	OH	
2 4 3	OH CI	N Br

2 4 4	CI	
2 4 5	OH Br	N Br
2 4 6	OH Br	N H Me
247	OH O=S-NH O CF ₃	CF ₃
248	OH	Me O OH N O CI
2 4 9	OH	CF ₃
250	ОН	CF ₃
251	OH CI	Me NH ₂

2 5 2	OH	CF ₃
,	CI .	CN
253	OH CI	CF ₃
254	OH	CF ₃
2 5 5	OH CI	N CI
2 5 6	Me OH	CF ₃
2 5 7	Me OH Me Br	CF ₃
2 5 8	Me Br	CF ₃
259	OH Br	CF ₃

	T	T
260	OH CI	N CI
261	OH CI	CF ₃
262	OH OH	CF ₃
263	OH CI	N F
264	OH OH	OMe
265	OH	CF ₃
266	OH	F F F
267	OH CI	1 Me

268	OH I	CF ₃
	Br	
	l Br	ĊF₃

一般式 (I) で表される化合物は、例えば、以下の反応工程式に示した方法によって製造することができる。

反応工程式

(式中、A、環 Z 及びEは、一般式(I)における定義と同意義であり、 A^{101} は水素原子又はヒドロキシ基の保護基(好ましくは、メチル基等のアルキル基;ベンジル基等のアラルキル基;アセチル基;メトキシメチル基等のアルコキシアルキル基;トリメチルシリル基等の置換シリル基)を表し、R 及び R^{101} は水素原子、 $C_1 \sim C_6$ のアルキル基等を表し、 E^{101} は、一般式(I)の定義におけるE 又はEの前駆体を表し、Gはヒドロキシ基、ハロゲン原子(好ましくは、塩素原子)、炭化水素ーオキシ基(好ましくは、ハロゲン原子で置換されていてもよいアリールーオキシ基)、アシルーオキシ基、イミドーオキシ基等を表す)

(第1工程)

カルボン酸誘導体 (1) とアミン (2) とを脱水縮合させることにより、アミド (3) 製造することができる。この反応は、酸ハロゲン化剤又は脱水縮合剤の存在下、塩基の存在又は非存在下、無溶媒又は非プロトン性溶媒中 0 \mathbb{C} ~180 \mathbb{C} 0 の反応温度で行われる。

この反応は、酸ハロゲン化剤又は脱水縮合剤の存在下、塩基の存在又は非存在下、 無溶媒又は非プロトン性溶媒中0℃~180℃の反応温度で行われる。

酸ハロゲン化剤としては、例えば、塩化チオニル、臭化チオニル、塩化スルフリル、オキシ塩化リン、三塩化リン、五塩化リンなどを挙げることができ、 A^{101} が水素原子の場合には三塩化リンが、 A^{101} がアセチル基等の場合にはオキシ塩化リンが好ましい。脱水縮合剤としては、例えば、N, N' – ジシクロヘキシル

カルボジイミド、1-エチルー3-(3-ジメチルアミノプロピル)カルボジイミド塩酸塩、ジフェニルホスホリルアジドなどを挙げることができる。塩基としては、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸水素ナトリウム等の無機塩基、あるいはピリジン、トリエチルアミン、N,Nージエチルアニリン等の有機塩基が挙げられる。非プロトン性溶媒としてはジクロロメタン、ジクロロエタン、クロロホルム、テトラヒドロフラン、1,4-ジオキサン、ベンゼン、トールエン、モノクロロベンゼン、ロージクロロベンゼン、N,Nージメチルホルムアミド、Nーメチルピロリドンなどを挙げることができ、酸ハロゲン化剤の存在下に反応を行う場合には、特に、トールエン、モノクロロベンゼン、ロージクロロベンゼンが好ましい。

また、例えば、「ジャーナル・オブ・メディシナルケミストリー(Journal of Medicinal Chemistry)」、(米国)、1998年、第41巻、第16号、p. 293 9-2945に記載の方法及びこれらに準じた方法により、予めカルボン酸から酸塩化物を製造、単離し、次いで E^{101} を有するアミンと反応させることにより目的とするアミドを製造することもできる。

Gがヒドロキシ基である場合の好適な反応条件として、例えば、「アーキブ・デア・ファルマツィー (Archiv der Pharmazie)」、(ドイツ)、1998年、第331巻、第1号、p. 3-6. に記載された反応条件を用いることができる。

カルボン酸誘導体(1)及びアミン(2)の種類は特に限定されず、文献公知の 製造方法を適宜参照しつつ新規に合成するか、あるいは市販の試薬を入手して上 記反応に用いることができる。

(第2工程)

アミド(3)が保護基を有する場合及び/又は官能基修飾に有利な置換基(例えば、アミノ基及びその保護体若しくは前駆体;カルボキシ基及びその保護体若しくは前駆体;ヒドロキシ基及びその保護体若しくは前駆体など)を有する場合、この工程で脱保護反応及び/又は官能基修飾反応を行うことにより最終目的物である化合物(4)を製造することができる。該反応は、種々の公知の方法を用い

ることができ、脱保護反応及び官能基修飾反応としては、例えば、セオドラ・W.・ グリーン (Theodora W. Green), ピーター・G.・M.・ブッツ (Peter G. M. Wuts) 編「プロテクティブ・グループス・イン・オーガニック・シンセシズ (Protective Groups in Organic Syntheses)」、(米国)、第3版、ジョン・ウィリー・アンド・ サンズ・インク (John Wiley & Sons, Inc.), 1999年4月;「ハンドブック・ オブ・リエージェンツ・フォー・オーガニック・シンセシス (Handbook of Reagents for Organic Synthesis)」、(米国),全4巻,ジョン・ウィリー・アンド・サンズ・ インク (John Wiley & Sons, Inc.), 1999年6月, 等に記載の方法を;官能 基修飾反応としては、例えば、リチャード・F.・ヘック(Richard F. Heck)著 「パラジウム・リエージェンツ・イン・オーガニック・シンセシス(Palladium Reagents in Organic Syntheses)」,(米国),アカデミック・プレス(Academic Press), 1985年; 辻二郎 (J. Tsuji) 著「パラジウム・リエージェンツ・アンド・カタ リスツ:イノベーションズ・イン・オーガニック・シンセシス (Palladium Reagents and Catalysts: Innovations in Organic Synthesis)」, (米国), ジョン・ウィリ ー・アンド・サンズ・インク (John Wiley & Sons, Inc.), 1999年, 等に記 載の方法を用いることができる。

以上のような方法で製造された一般式(I)で表される化合物は、当業者に周知の方法、例えば、抽出、沈殿、分画クロマトグラフィー、分別結晶化、懸濁洗浄、再結晶などにより、単離、精製することができる。また、本発明化合物の薬理学的に許容される塩、並びにそれらの水和物及び溶媒和物も、それぞれ当業者に周知の方法で製造することができる。

本明細書の実施例には、一般式 (I) に包含される代表的化合物の製造方法が具体的に説明されている。従って、当業者は、上記の一般的な製造方法の説明及び実施例の具体的製造方法の説明を参照しつつ、適宜の反応原料、反応試薬、反応条件を選択し、必要に応じてこれらの方法に適宜の修飾ないし改変を加えることによって、一般式 (I) に包含される化合物をいずれも製造可能である。

一般式 (I) で示される化合物はNF-κB活性化阻害作用を有する医薬の有効

成分として有用である。上記の医薬は、NF $-\kappa$ Bの活性化阻害に基づいて、腫瘍壊死因子(TNF)、インターロイキン-1、インターロイキン-2、インターロイキン-6、インターロイキン-8、顆粒球コロニー刺激因子、インターフェロン β 、細胞接着因子であるICAM-1やVCAM-1及びELAM-1、ニトリックオキシド合成酵素、主要組織適合抗原系クラスI、主要組織適合抗原系クラスII、 β 2ーマイクログロブリン、免疫グロブリン軽鎖、血清アミロイドA、アンジオテンシノーゲン、補体B、補体C4、 α 0、計算を使物、HTLV-1の遺伝子由来の転写産物、シミアンウイルス40の遺伝子由来の転写産物、サイトメガロウイルスの遺伝子由来の転写産物、及びアデノウイルスの遺伝子由来の転写産物がらなる群より選ばれる1又は2以上の物質の遺伝子の発現を抑制することができる。従って、上記の医薬は、NF $-\kappa$ B活性化に起因する疾患及び炎症性サイトカイン産生過剰に起因する疾患の予防及び/又は治療のための医薬として有用である。

より具体的には、本発明の医薬は、次に示すようなNFーκBの活性化及び/又は炎症性サイトカインが関与していると考えられる疾患、例えば慢性関節リウマチ、変形性関節症、全身性エリテマトーデス、全身性強皮症、多発性筋炎、シェーグレン症候群、血管炎症候群、抗リン脂質抗体症候群、スティル病、ベーチェット病、結節性動脈周囲炎、潰瘍性大腸炎、クローン病、活動性慢性肝炎、糸球体腎炎などの自己免疫疾患、慢性腎炎、慢性膵炎、痛風、アテローム硬化症、多発性硬化症、動脈硬化、血管内膜肥厚、乾癬、乾癬性関節炎、接触性皮膚炎、アトピー性皮膚炎、掻痒、花粉症等のアレルギー疾患、喘息、気管支炎、間質性肺炎、肉芽腫を伴う肺疾患、慢性閉塞性肺疾患、慢性肺血栓塞栓症、炎症性大腸炎、インスリン抵抗性、肥満症、糖尿病とそれに伴う合併症(腎症、網膜症、神経症、高インスリン血症、動脈硬化、高血圧、末梢血管閉塞等)、高脂血症、網膜症等の異常血管増殖を伴った疾患、肺炎、アルツハイマー症、脳脊髄炎、てんかん、急性肝炎、慢性肝炎、薬物中毒性肝障害、アルコール性肝炎、ウイルス性肝炎、黄疸、肝硬変、肝不全、心房粘液腫、キャッスルマン症候群、メサンギウム増殖

性腎炎、腎臓癌、肺癌、肝癌、乳癌、子宮癌、膵癌、その他の固形癌、肉腫、骨 肉腫、癌の転移浸潤、炎症性病巣の癌化、癌性悪液質、癌の転移、急性骨髄芽球 性白血病等の白血病、多発性骨髄腫、レンネルトリンパ腫、悪性リンパ腫、癌の 抗癌剤耐性化、ウイルス性肝炎および肝硬変等の病巣の癌化、大腸ポリープから の癌化、脳腫瘍、神経腫瘍、サルコイドーシス、エンドトキシンショック、敗血 症、サイトメガロウイルス性肺炎、サイトメガロウイルス性網膜症、アデノウイ ルス性感冒、アデノウイルス性プール熱、アデノウイルス性眼炎、結膜炎、エイ ズ、ぶどう膜炎、歯周病、その他バクテリア・ウイルス・真菌等感染によって惹 起される疾患または合併症、全身炎症症候群等の外科手術後の合併症、経皮的経 管的冠状動脈形成術後の再狭窄、虚血再灌流障害等の血管閉塞開通後の再灌流障 害、心臓または肝臓または腎臓等の臓器移植後拒絶反応及び再灌流障害、掻痒、 脱毛症、食欲不振、倦怠感、慢性疲労症候群などの疾患の予防及び/又は治療に 有用である。また、炎症性サイトカインならびにNF-κBが破骨細胞の分化と 活性化に関与していることから、本発明の医薬は、骨粗鬆症、骨癌性疼痛等の代 謝性骨疾患などの予防及び/又は治療にも有用である。移植前臓器保存時の臓器 の劣化を防ぐ用途にも利用可能である。

本発明の化合物番号 4 の化合物は、ラット Thy-1 腎炎モデルにおいて、15 mg /kg 以下の腹腔内投与で腎保護作用を示し、ラット腸管虚血再灌流惹起性肝障害 モデルにおいて、10 mg/kg の腹腔内投与で血中のエンドトキシンレベル及び $TNF\alpha$ の濃度を低下させるとともに肝障害も有意に抑制したことから、免疫性疾患、虚血性再灌流によって直接的及び/又は間接的に生じる臓器障害、エンドトキシン及び/又は $TNF\alpha$ による臓器障害の予防及び/又は治療について有用であることが動物実験により示唆されている。

また、豚心臓由来のミオグロビン免疫にによるラット心筋炎モデルにおいても、本発明の化合物 (化合物番号4) が、10 mg/kg の腹腔内投与で心筋炎の発症を有意に抑制したことから、細菌やウイルスによる感染等の何らかの原因により起こる心筋炎及び/又は筋炎の他、自己免疫疾患等の免疫異常による心筋炎及び

/又は筋炎の予防及び/又は治療について有用であることが動物実験により示唆 されている。

更に本発明の化合物が、冠状動脈血管平滑筋細胞の増殖刺激下での細胞増殖を抑制すること、また化合物番号4の化合物が、10mg/kgの腹腔内投与で、マウスの動脈擦過再狭窄モデルで、血管内皮細胞および血管平滑筋細胞の増殖を有意に抑制したことにより、PTCA後やステント留置後の再狭窄の防止、動脈硬化の予防及び/又は治療に有用であることが示唆される。

また、リウマチ患者由来滑膜繊維芽細胞を用いたTNF α 刺激によるインターロイキンー6(ILー6)、インターロイキンー8(ILー8)、PGE 2 産生抑制試験において、化合物番号83、88、90及び135の化合物、特に化合物番号83の化合物が、TNF α 刺激下でのILー6、ILー8及びPGE 2の産生を特に強力に抑制することから、本発明の化合物、特に、一般式(I)において、Eが2,5ージ置換フェニル基である化合物、更に好適には、2,5ージ置換フェニル基(該置換基の少なくとも1個はトリフルオロフェニル基である)である化合物、最も好適には、2,5ービス(トリフルオロメチル)フェニル基である化合物が、炎症性メディエーター、とりわけ、ILー6及び/又はILー8及び/又はPGE 2 が関与する疾患の予防及び/又は治療に特に有用であることが示唆される。

法により作出されたアミノ酸改変体であって、天然由来のI KK $-\beta$ またはME KK-1 と実質的に同一の生物学的機能を有する蛋白質も含まれる。また、I K K $-\beta$ またはME KK-1 に構造類似のキナーゼとは、例えばI KK $-\beta$ または ME KK-1 のリガンド結合部位と類似のリガンド結合部位を有するキナーゼを 包含する。

従って、本発明の医薬は、IKK-β及び/又はMEKK-1、あるいはそれらに構造類似のキナーゼを阻害することにより、腫瘍壊死因子(TNF)、インターロイキンー1、インターロイキンー2、インターロイキンー6、インターロイキンー8、顆粒球コロニー刺激因子、インターフェロンβ、細胞接着因子であるICAM-1やVCAM-1及びELAM-1、ニトリックオキシド合成酵素、主要組織適合抗原系クラスI、主要組織適合抗原系クラスII、β2ーマイクログロブリン、免疫グロブリン軽鎖、血清アミロイドA、アンジオテンシノーゲン、補体B、補体C4、c-myc、HIVの遺伝子由来の転写産物、HTLV-1の遺伝子由来の転写産物、シミアンウイルス40の遺伝子由来の転写産物、サイトメガロウイルスの遺伝子由来の転写産物、及びアデノウイルスの遺伝子由来の転写産物、サイトメガロウイルスの遺伝子由来の転写産物、及びアデノウイルスの遺伝子由来の転写産物がらなる群より選ばれる1又は2以上の物質の遺伝子の発現抑制を惹起する。従って、本発明の医薬は、KK-β及び/又はMEKK-1、あるいはそれらに構造類似のキナーゼを阻害するための医薬として、NF-κB活性化に起因する疾患及び炎症性サイトカイン産生過剰に起因する疾患の予防及び/又は治療などの目的で有いることもできる。

本発明の医薬の有効成分としては、一般式 (I)で表される化合物及び薬理学的 に許容されるそれらの塩、並びにそれらの水和物及びそれらの溶媒和物からなる 群から選ばれる物質の1種又は2種以上を用いることができる。本発明の医薬としては上記の物質自体を用いてもよいが、好適には、本発明の医薬は有効成分である上記の物質と1又は2以上の薬学的に許容される製剤用添加物とを含む医薬 組成物の形態で提供される。上記医薬組成物において、製剤用添加物に対する有効成分の割合は、1重量%から90重量%程度である。

本発明の医薬は、例えば、顆粒剤、細粒剤、散剤、硬カプセル剤、軟カプセル剤、 シロップ剤、乳剤、懸濁剤、又は液剤などの経口投与用の医薬組成物として投与 してもよいし、静脈内投与、筋肉内投与、若しくは皮下投与用の注射剤、点滴剤、 坐剤、経皮吸収剤、経粘膜吸収剤、点鼻剤、点耳剤、点眼剤、吸入剤などの非経 口投与用の医薬組成物として投与することもできる。粉末の形態の医薬組成物と して調製された製剤を用時に溶解して注射剤又は点滴剤として使用してもよい。 医薬用組成物の製造には、固体又は液体の製剤用添加物を用いることができる。 製剤用添加物は有機又は無機のいずれであってもよい。すなわち、経口用固形製 剤を製造する場合は、主薬に賦形剤、さらに必要に応じて結合剤、崩壊剤、滑沢 剤、着色剤、矯味矯臭剤などを加えた後、常法により錠剤、被覆錠剤、顆粒剤、 散剤、カプセル剤などの形態の製剤を調製することができる。用いられる賦形剤 としては、例えば、乳糖、蔗糖、白糖、ブドウ糖、コーンスターチ、デンプン、 タルク、ソルビット、結晶セルロース、デキストリン、カオリン、炭酸カルシウ ム、二酸化ケイ素などを挙げることができる。結合剤としては、例えば、ポリビ ニルアルコール、ポリビニルエーテル、エチルセルロース、メチルセルロース、 アラビアゴム、トラガント、ゼラチン、シェラック、ヒドロキシプロピルセルロ ース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、クエン酸カルシウム、デキストリ ン、ペクチンなどを挙げることができる。滑沢剤としては、例えば、ステアリン 酸マグネシウム、タルク、ポリエチレングリコール、シリカ、硬化直物油などを 挙げることができる。着色剤としては、通常医薬品に添加することが許可されて いるものであればいずれも使用することができる。矯味矯臭剤としては、ココア 末、ハッカ脳、芳香酸、ハッカ油、龍脳、桂皮末などを使用することができる。 これらの錠剤、顆粒剤には、糖衣、ゼラチン衣、その他必要により適宜コーティ ングを付することができる。また、必要に応じて、防腐剤、抗酸化剤等を添加す ることができる。

経口投与のための液体製剤、例えば、乳剤、シロップ剤、懸濁剤、液剤の製造には、一般的に用いられる不活性な希釈剤、例えば水又は植物油を用いることがで

きる。この製剤には、不活性な希釈剤以外に、補助剤、例えば湿潤剤、懸濁補助剤、甘味剤、芳香剤、着色剤又は保存剤を配合することができる。液体製剤を調製した後、ゼラチンのような吸収されうる物質のカプセル中に充填してもよい。非経口投与用の製剤、例えば注射剤又は坐剤等の製造に用いられる溶剤又は懸濁剤としては、例えば、水、プロピレングリコール、ポリエチレングリコール、ベンジルアルコール、オレイン酸エチル、レシチンを挙げることができる。坐剤の製造に用いられる基剤としては、例えば、カカオ脂、乳化カカオ脂、ラウリン脂、ウィテップゾールを挙げることができる。製剤の調製方法は特に限定されず、当業界で汎用されている方法はいずれも利用可能である。

注射剤の形態にする場合には、担体として、例えば、水、エチルアルコール、マクロゴール、プロピレングリコール、クエン酸、酢酸、リン酸、乳酸、乳酸ナトリウム、硫酸及び水酸化ナトリウム等の希釈剤;クエン酸ナトリウム、酢酸ナトリウム及びリン酸ナトリウム等のpH 調整剤及び緩衝剤;ピロ亜硫酸ナトリウム、エチレンジアミン四酢酸、チオグリコール酸及びチオ乳酸等の安定化剤等が使用できる。なお、この場合、等張性の溶液を調製するために十分な量の食塩、ブドウ糖、マンニトール又はグリセリンを製剤中に配合してもよく、通常の溶解補助剤、無痛化剤又は局所麻酔剤等を使用することもできる。

軟膏剤、例えば、ペースト、クリーム及びゲルの形態にする場合には、通常使用される基剤、安定剤、湿潤剤及び保存剤等を必要に応じて配合することができ、常法により成分を混合して製剤化することができる。基剤としては、例えば、白色ワセリン、ポリエチレン、パラフィン、グリセリン、セルロース誘導体、ポリエチレングリコール、シリコン及びベントナイト等を使用することができる。保存剤としては、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸プロピル等を使用することができる。貼付剤の形態にする場合には、通常の支持体に上記軟膏、クリーム、ゲル又はペースト等を常法により塗布することができる。支持体としては、綿、スフ及び化学繊維からなる織布又は不織布;軟質塩化ビニル、ポリエチレン及びポリウレタン等のフィルム又は発泡体シートを

好適に使用できる。

本発明の医薬の投与量は特に限定されないが、経口投与の場合には、成人一日あたり有効成分である上記物質の重量として通常0.01~5,000mgである。この投与量を患者の年令、病態、症状に応じて適宜増減することが好ましい。前記一日量は一日に一回、又は適当な間隔をおいて一日に2~3回に分けて投与してもよいし、数日おきに間歇投与してもよい。注射剤として用いる場合には、成人一日あたり有効成分である上記物質の重量として0.001~100mg程度である。

実施例

以下、実施例により本発明をさらに具体的に説明するが、本発明の範囲は下記の 実施例に限定されることはない。実施例中、化合物番号は上記の表において示し た化合物の番号と対応させてある。また、本実施例中には、市販の試薬を購入し そのまま試験に供した化合物が含まれる。そのような化合物については、試薬の 販売元及びカタログに記載されているコード番号を示す。

例1:化合物番号1の化合物の製造

〇一アセチルサリチロイルクロリド(345mg, 1.7mmol)のベンゼン (10mL)溶液に、氷冷、アルゴン雰囲気下、3,5ービス(トリフルオロメチル)アニリン (500mg,2.2mmol)、ピリジン (0.5mL)を加え、室温で1時間攪拌した。反応混合物を2規定塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(nーヘキサン:酢酸エチル=3:1)で精製して、標題化合物の白色固体(570mg,84.2%)を得た。

mp 124-125°C.

 $^{1}H-NMR$ (DMSO- d_{6}): δ 2. 36 (3H, s), 7. 19 (1H, d d, J=8.0, 1.2Hz), 7. 39 (1H, td, J=7.6, 1.2Hz),

7. 57 (1H, ddd, J=8. 0, 7. 6, 1. 6Hz), 7. 65 (1H, s), 7. 83 (1H, dd, J=8. 0, 1. 6Hz), 8. 11 (2H, s), 8. 31 (1H, s).

例2:化合物番号2の化合物の製造

2-アセトキシ-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]ベンズアミド(化合物番号1;100mg,0.25mmol)のエタノール(5mL)溶液に、<math>2規定水酸化ナトリウム水溶液(0.5mL,1mmol)を加え、室温で1時間攪拌した。反応混合物を2規定塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をn-n++ン/酢酸エチルから再結晶して、標題化合物の白色固体(40mg,45.1%)を得た。

mp 179-180°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 96-7. 02 (2H, m), 7. 45 (1H, ddd, J=8. 0, 7. 2, 1. 6Hz), 7. 81 (1H, s), 7. 87 (1H, dd, J=8. 0, 1. 6Hz), 8. 46 (2H, s), 10. 8 0 (1H, s), 11. 26 (1H, s).

例3:化合物番号3の化合物の製造

5-フルオロサリチル酸($156\,\mathrm{mg}$, $1\,\mathrm{mm}\,\mathrm{o}\,1$)、3, 5-ビス(トリフルオロメチル)アニリン($229\,\mathrm{mg}$, $1\,\mathrm{mm}\,\mathrm{o}\,1$)、三塩化リン($44\,\mu\,\mathrm{L}$, $0.5\,\mathrm{mm}\,\mathrm{o}\,1$)、モノクロロベンゼン($5\,\mathrm{mL}$)の混合物を、アルゴン雰囲気下、 $3\,\mathrm{mm}\,\mathrm{o}\,1$)、モノクロロベンゼン($5\,\mathrm{mL}$)の混合物を、アルゴン雰囲気下、 $3\,\mathrm{mm}\,\mathrm{o}\,1$)、水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー($1\,\mathrm{mm}\,\mathrm{o}\,1$)で精製して、標題化合物の白色固体($1\,\mathrm{mm}\,\mathrm{o}\,1$)で精製して、標題化合物の白色固体($1\,\mathrm{mm}\,\mathrm{o}\,1$)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, ddd, J=9. 0, 4. 5, 1. 2Hz), 7. 30-7. 37 (1H, m), 7. 66 (1H, ddd,

J=9. 0, 3. 3, 1. 2Hz), 7. 84 (1H, s), 8. 46 (2H, s), 10. 85 (1H, s), 11. 21 (1H, brs).

以下の実施例において例3の方法が引用されている場合、酸ハロゲン化剤としては、三塩化リンを用いた。また、反応溶媒としては、モノクロロベンゼン、トルエン等の溶媒を用いた。

例4:化合物番号4の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:85.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 05 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 49 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 85 (1H, s), 7. 87 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 45 (2H, s), 10. 85 (1H, s), 11. 39 (1H, s).

例5:化合物番号5の化合物の製造

Nー[3,5ービス(トリフルオロメチル)フェニル]ー5ークロロー2ーヒドロキシベンズアミド(化合物番号4;1.51g,3mmol)、ピリジン(285mg,3.6mmol)のテトラヒドロフラン(6mL)溶液に、氷冷下、アセチルクロリド(234mg,3.3mmol)を加え、室温で1時間撹拌した。溶媒を減圧留去て得られた残渣に2規定塩酸を加え、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をn-ヘキサン/酢酸エチルから再結晶して、標題化合物の白色固体(1.06g,83.0%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 22 (3H, s), 7. 35 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 71 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 85 (1H, s), 7. 88 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 37 (2H, s), 1 1. 05 (1H, brs).

以下の実施例において例5の方法が引用されている場合、塩基としては、ピリジ

ン、トリエチルアミン等の有機塩基を用いた。また、反応溶媒としては、ジクロロメタン、テトラヒドロフラン、ベンゼン等の溶媒を用いた。

例6:化合物番号6の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:88.5%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 98 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 59 (1H, dd, J=8.8, 2.8Hz), 7. 83 (1H, s), 7. 98 (1H, d, J=2.8Hz), 8. 43 (2H, s), 10. 82 (1H, s), 11. 37 (1H, s).

この化合物は、下記製造法によっても得ることができた。

2-アセトキシ-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)]ベンズアミド(化合物番号1;100mg,0.25mmol)の四塩化炭素(8mL)溶液に、鉄粉(30mg,0.54mmol)、臭素(0.02mL,0.39mmol)を添加し、次いで50 $^{\circ}$ で4時間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却後、NaHSO $_{4}$ 水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー($_{1}$ 0 $_{1}$ 0 $_{2}$ 0 $_{3}$ 0 $_{4}$ 0 $_{5}$ 0 $_{4}$ 0 $_{5}$ 0 $_{5}$ 0 $_{5}$ 0 $_{5}$ 1 $_{5}$

例7:化合物番号7の化合物の製造

原料として、5-ヨードサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:62.2%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 86 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 74 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 84 (1H, s), 8. 13 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 84 (2H, s), 10. 82 (1H, s), 11. 41 (1H, s).

例8:化合物番号8の化合物の製造

原料として、5 ーニトロサリチル酸、及び3, 5 ービス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:57.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 18 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 86 (1H, s), 8. 31 (1H, dd, J=9.0, 3.0Hz), 8. 45 (2H, s), 8. 70 (1H, d, J=3.0Hz), 11. 12 (1H, s). 例9:化合物番号9の化合物の製造

(1) 2ーベンジルオキシー5ーホルミル安息香酸ベンジルエステル 5ーホルミルサリチル酸(4.98g,30mmol)、ベンジルブロミド(15.39g,90mmol)、炭酸カリウム(16.59g,120mmol)、メチルエチルケトン(350mL)の混合物を8時間加熱還流した。冷却後、溶媒を減圧留去し、残渣に2規定塩酸を加え、酢酸エチルで抽出した。水、飽和食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(nーヘキサン:酢酸エチル=3:1)で精製、イソプロピルエーテルで加熱還流下懸濁洗浄して、標題化合物の白色固体(5.98g,57.5%)を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 5. 27 (2H, s), 5. 37 (2H, s), 7. 15 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 26-7. 46 (10H, m), 7. 99 (1H, dd, J=9.0, 2.4Hz), 8. 36 (1H, d, J=2.4Hz), 9. 91 (1H, s).

(2) 2-ベンジルオキシー5-シアノ安息香酸ベンジルエステル

2-ベンジルオキシ-5-ホルミル安息香酸ベンジルエステル(693 mg, 2 mm o 1)、塩酸ヒドロキシルアミン(167 mg, 2.4 mm o 1)、N-メチルピロリドン(3 mL)の混合物を115 $\mathbb C$ で 4 時間攪拌した。反応混合物を冷却後、2 規定塩酸(5 mL)、水(30 mL)を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を2 規定水酸化ナトリウム水溶液、水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグ

ネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をイソプロピルエーテルで加熱還流下懸濁洗浄して、標題化合物の白色固体(527mg, 76.7%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 5. 23 (2H, s), 5. 35 (2H, s), 7. 08 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 33-7, 43 (10H, m), 7. 70 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 13 (1H, d, J=2. 4Hz).

(3) 5ーシアノサリチル酸

2-ベンジルオキシ-5-シアノ安息香酸ベンジルエステル(446mg, 1. 3mmol), 5%パラジウム-炭素(45mg)にエタノール(10mL)、テトラヒドロフラン(10mL)を加え、室温で2時間水素添加した。不溶物を濾別後、溶媒を減圧留去して、標題化合物の白色固体(212mg, 100.0%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 02 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 82 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 8. 12 (1H, d, J=2.1Hz).

(4) N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -5-シアノ-2 -ヒドロキシベンズアミド (化合物番号9)

原料として、5-シアノサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:16.6%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 15 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 85 (1H, s), 7. 86 (1H, dd, J=8.7, 2.1Hz), 8. 22 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 43 (2H, s), 10. 93 (1H, s), 12. 00 (1H, brs).

例10:化合物番号10の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)

アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:54.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 92 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 28 (1H, dd, J=8.7, 1.8Hz), 7. 71 (1H, d, J=1.8Hz), 7. 82 (1H, s), 8. 47 (2H, s), 10. 80 (1H, s), 11. 14 (1H, s).

例11:化合物番号11の化合物の製造

(1) 5- [(1, 1-ジメチル) エチル] サリチル酸

5-[(1, 1-ジメチル) エチル] -2-ヒドロキシベンズアルデヒド(2. 15g, 12. 1mmol)の1, 4-ジオキサン(100mL)、水(40mL)溶液に、スルファミン酸(1.76g, 18.1mmol)、リン酸ーナトリウム(7. 33g, 47mmol)を加えた。この混合物に、氷冷下、亜塩素酸ナトリウム(1.76g, 15.5mmol)の水溶液(10mL)を滴下し、1時間攪拌した。次いでこの混合物に、亜硫酸ナトリウム(1.80g, 14.3mmol)を加え、30分間攪拌した。反応混合物に濃塩酸を加えpHを1とした。1, 4-ジオキサンを減圧留去して得られた残渣を酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣を酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をn-ヘキサンで懸濁洗浄して、標題化合物の白色粉末(1.81g, 77.4%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1. 26 (9H, s), 6. 90 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 58 (1H, dd, J=8.7, 2. 4Hz), 7. 75 (1H, d, J=2.4Hz), 11. 07 (1H, brs).

(2) N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-[(1,1-ジメチル)エチル]-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号11) 原料として、5-[(1,1-ジメチル)エチル]サリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:53.8%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1. 30 (9H, s), 6. 96 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 50 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 82 (1H, d, J=2. 4Hz), 7. 83 (1H, s), 8. 46 (2H, s), 10. 80 (1H, s) 11. 12 (1H, s).

例12:化合物番号12の化合物の製造

(1) 5-アセチルー2ーベンジルオキシ安息香酸 メチルエステル 5-アセチルサリチル酸 メチルエステル (13.59g,70mmol)、ベンジルブロミド (17.96g,105mmol)、炭酸カリウム (19.35g,140mmol)、メチルエチルケトン (350mL) の混合物を8時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、溶媒を減圧留去して得られた残渣に2規定塩酸を加え、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をイソプロピルエーテルから再結晶して、標題化合物の白色固体 (14.20g,71.4%)を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 58 (3H, s), 3. 93 (3H, s), 5. 27 (2H, s), 7. 07 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 26-7. 43 (3H, m), 7. 47-7. 50 (2H, m), 8. 07 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 44 (1H, d, J=2. 4Hz).

(2) 5-アセチルー2-ベンジルオキシ安息香酸

5-アセチルー2-ベンジルオキシ安息香酸 メチルエステル(5.69g,2 のmmol)のメタノール/テトラヒドロフラン(<math>20mL+20mL)混合溶液に、2規定水酸化ナトリウム(<math>11mL)を加え、8時間撹拌した。溶媒を減圧留去して得られた残渣に2規定塩酸を加え、ジクロロメタンで抽出した。ジクロロメタン層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をイソプロピルエーテルで洗浄して、標題化合物の白色固体(<math>4.92g,91.0%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2.55 (3H, s), 5.32 (2H, s), 7.30-7.43 (4H, m), 7.49-7.52 (2H, m), 8.09 (1H, dd, J=9.0, 2.7Hz), 8.22 (1H, d, J=2.4Hz). (3) 5-アセチル-2-ベンジルオキシーN-[3,5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] ベンズアミド

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 57 (3H, s), 7. 11 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 86 (1H, s), 8. 05 (1H, dd, J=8. 4, 2. 1Hz), 8. 44 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 47 (2H, s), 10. 96 (1H, s), 11. 97 (1H, brs).

以下の実施例において例12(3)の製造法が引用されている場合、酸ハロゲン 化剤としては、オキシ塩化リンを用いた。塩基としては、ピリジンを用いた。ま た、反応溶媒としては、ジクロロメタン、テトラヒドロフラン等の溶媒を単独若 しくは混合して用いた。

(4) 5-アセチル-N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号12)

5-アセチルー2-ベンジルオキシーN-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] ベンズアミド(602mg,1.25mmo1)、5%パラジウム炭素

 $(60 \, \mathrm{mg})$ にエタノール $(6 \, \mathrm{mL})$ 、テトラヒドロフラン $(72 \, \mathrm{mL})$ を加え、水素雰囲気下、室温で $30 \, \mathrm{分間攪拌}$ した。不溶物を濾別後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をn-ヘキサン/酢酸エチルから再結晶して、標題化合物の白色固体 $(230 \, \mathrm{mg}, 47.0\%)$ を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 59 (3H, s), 5. 35 (2H, s), 7. 32-7. 36 (3H, m), 7. 43 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 52-7. 55 (2H, m), 7. 82 (1H, s), 8. 16 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 25 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 31 (2H, s), 10. 89 (1H, s).

例13:化合物番号13の化合物の製造

5-アセチルーN-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号12;50.5mg,0.13mmol)のエタノール(2mL)懸濁液に、水素化ホウ素ナトリウム(23.6mg,0.62mmol)を加え、室温で12時間攪拌した。反応混合物を希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をイソプロピルエーテル/nーヘキサンで懸濁洗浄して、標題化合物の白色粉末(39.7mg,78.3%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 34 (3H, d, J=6. 3Hz), 4. 71 (1H, q, J=6. 3Hz), 5. 18 (1H, brs), 6. 97 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 44 (1H, dd, J=8. 4, 2. 1Hz), 7. 84 (1H, s), 7. 86 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 48 (2H, s), 10. 85 (1H, s), 11. 32 (1H, s).

例14:化合物番号14の化合物の製造

5-アセチル-N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号12;100.0mg, 0.26mmol)のエタノール(3mL)溶液に、ピリジン(45 μ L, 0.56mmol)、O-

メチルヒドロキシルアミン塩酸塩(25.8 mg, 0.31 mm o 1)を加え、1時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(nーヘキサン:酢酸エチル=4:1)で精製して、標題化合物の白色結晶(102.1 mg, 95.3%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 19 (3H, s), 3. 91 (3H, s), 7. 05 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 77 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 85 (1H, s), 8. 09 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 47 (2H, s), 10. 87 (1H, s), 11. 48 (1H, s).

例15:化合物番号15の化合物の製造

原料として、5-アセチル-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号 12)、及びO-ベンジルヒドロキシルアミン塩酸塩を用いて例 14 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:79.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 24 (3H, s), 5. 20 (2H, s), 7. 04 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 29-7. 47 (5H, m), 7. 76 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 85 (1H, s), 8. 07 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 46 (2H, s), 10. 87 (1H, s), 11. 47 (1H, s).

例16:化合物番号16の化合物の製造

(1) 5-(2, 2-ジシアノエテン-1-イル)-2-ヒドロキシ安息香酸マロノニトリル(132mg, 2mmol)のエタノール(6mL)溶液に、5-ホルミルサリチル酸(332mg, 2mmol)を加え、氷冷下、ベンジルアミン(0.1mL)を加え、室温で2時間攪拌した。析出した黄色結晶を濾取、エタノールから再結晶して、標題化合物の淡黄色固体(139.9mg, 32.7%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 12 (1H, d, J=8.7Hz), 8. 09 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 8. 41 (1H, s), 8. 50 (1H, d, J=2.4Hz).

(2) N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -5-(2, 2-5) ジシアノエテン-1-イル) -2-ビドロキシベンズアミド (化合物番号16) 原料として、5-(2, 2-5)ジンアノエテン-1-イル) -2-ビドロキシ安息香酸、及び3, 5-ビス (トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:9.1%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 7. 13 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 83 (1H, s), 8. 04 (1H, dd, J=9.0, 2.4Hz), 8. 36 (1H, s), 8. 38 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 43 (2H, s), 1. 43 (1H, s).

例17:化合物番号17の化合物の製造

(1) 5- [(2-シアノ-2-メトキシカルボニル) エテン-1-イル] -2-ヒドロキシ安息香酸

5-ホルミルサリチル酸 $(3\ 3\ 2\,\mathrm{mg},\ 2\,\mathrm{mmol})$ 、シアノ酢酸メチルエステル $(1\ 9\ 8\,\mathrm{mg},\ 2\,\mathrm{mmol})$ 、酢酸 $(6\,\mathrm{mL})$ 、トリエチルアミン $(0.\ 2\,\mathrm{ml})$ の混合物を5時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、水にあけ、析出した結晶を濾取、n-ヘキサンから再結晶して、標題化合物の淡黄色固体 $(3\ 2\ 7.\ 7\,\mathrm{mg},\ 6\ 6.\ 3\ \%)$ を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 85 (3H, s), 7. 15 (1H, d, J=8. 7Hz), 8. 20 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 37 (1H, s), 8. 66 (1H, d, J=2. 4Hz).

(2) $3-({N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]カルバモイル}-4-ヒドロキシフェニル)-2-シアノアクリル酸 メチルエステル(化合物番号17)$

原料として、5- [(2-シアノ-2-メトキシカルボニル) エテン-1-イル] -2-ヒドロキシ安息香酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリン を用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た

収率 66.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 85 (3H, s), 7. 19 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 85 (1H, s), 8. 20 (1H, dd, J=8. 7, 2. 1Hz), 8. 33 (1H, s), 8. 45 (2H, s), 8. 50 (1H, d, J=2. 1Hz), 11. 00 (1H, s), 11. 03 (1H, s).

例18:化合物番号18の化合物の製造

 $3-(\{N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]カルバモイル\}-4-ヒドロキシフェニル)-2-シアノアクリル酸 メチルエステル(化合物番号17;50mg,0.11mmol)のエタノール(5mL)溶液に、2規定水酸化ナトリウム(0.11ml,0.22mmol)を加え、室温で3時間攪拌した。反応混合物を希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣を酢酸エチルから再結晶して、標題化合物の淡黄色固体(13.5mg,30.4%)を得た。$

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 12 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 84 (1H, s), 7. 94 (1H, dd, J=8. 4, 2. 1Hz), 8. 38 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 45 (2H, s), 9. 87 (1H, s), 1 1. 41 (1H, s).

例19:化合物番号19の化合物の製造

N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-5-ヨードベンズアミド(化合物番号7;475mg,1mmol)、スチレン(130mg,1.25mmol)、酢酸パラジウム(4.5mg,0.02mmol)、トリス(オルトートリル)ホスフィン(12.2mg,0.04mmol)、ジイソプロピルアミン(388mg,3mmol)、N,Nージメチルホルムアミド(2

mL) の混合物を 8 時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、水を加え 酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マ グネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロ マトグラフィー(n-n++ン:イソプロピルエーテル=2:1 \rightarrow 1:1)で精 製して、標題化合物の淡黄色固体(173 mg, 38.3%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 20-7. 29 (3H, m), 7. 38 (2H, t, J=7.5Hz), 7. 59 (2H, d, J=7.5Hz), 7. 72 (1H, dd, J=8.4, 2.1Hz), 7. 86 (1H, s), 8. 07 (1H, d, J=2.1Hz), 8. 49 (2H, s), 10. 89 (1H, s), 11. 33 (1H, brs).

例20:化合物番号20の化合物の製造

N- [3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-ヒドロキシー 5- ョードベンズアミド (化合物番号 7; 950 mg, 2 mm o 1)、トリメチルシリルアセチレン (246 mg, 2.5 mm o 1)、トリエチルアミン (2 mL) のN, N-ジメチルホルムアミド (4 mL) 溶液に、アルゴン雰囲気下、テトラキス (トリフェニルホスフィン) パラジウム (23 mg, 0.02 mm o 1)、沃化第一銅 (4 mg, 0.02 mm o 1)を加え、40 で 2時間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却後、酢酸エチル (100 mL)及び 1 規定クエン酸(100 mL)にあけて攪拌し、次いでセライト濾過した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサンで結晶化して、標題化合物の白色結晶(286 mg, 32.1%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO- d_{6}): δ 0. 23 (9H, s), 7. 00 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 54 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 85 (1H, s), 7. 98 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 46 (2H, s), 10. 86 (1H, s), 11. 69 (1H, s).

例21:化合物番号21の化合物の製造

N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-5- [(トリメチルシリル)エチニル]ベンズアミド(化合物番号20;233mg.0.5mmol)のメタノール(1mL)溶液に、2規定水酸化ナトリウム(1mL)を加え、室温で1時間攪拌した。反応混合物を2規定塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をエタノール/水から再結晶して、標題化合物の灰白色結晶(67mg,35.9%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 4. 11 (1H, s), 7. 02 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 55 (1H, dd, J=8. 4, 2. 1Hz), 7. 85 (1H, s), 7. 98 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 46 (2H, s), 8. 46 (2H, s), 10. 86 (1H, s), 11. 62 (1H, s).

例22:化合物番号22の化合物の製造

原料として、N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-5-ヨードベンズアミド(化合物番号7)、及びフェニルアセチレンを用いて例20と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:40.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 06 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 42-7.46 (3H, m), 7.53-7.57 (2H, m), 7.64 (1H, dd, J=8.7, 2.1Hz), 7.86 (1H, s), 8.06 (1H, d, J=2.1Hz), 8.48 (2H, s), 10.94 (1H, s), 11.64 (1H, brs).

例23:化合物番号23の化合物の製造

N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-5- ヨードベンズアミド(化合物番号7;200mg,0.42mmol)の1,2 -ジメトキシエタン(3mL)溶液に、アルゴン雰囲気下、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(16mg,0.0014mmol)を添加し、

室温で5分間攪拌した。次いでジヒドロキシフェニルボラン(57mg, 0.47mmol)、1 mol/L炭酸ナトリウム水溶液(1.3mL)を加え、2時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-4+1):酢酸エチル= $6:1\rightarrow3:1$)で精製して、標題化合物の白色結晶(109mg, 61.1%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 12 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 33-7. 38 (1H, m), 7. 48 (2H, t, J=7. 5Hz), 7. 67 -7. 70 (2H, m), 7. 79 (1H, dd, J=8. 4, 2. 4Hz), 7. 87 (1H, s), 8. 17 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 49 (2H, s), 10. 92 (1H, s), 11. 41 (1H, s).

例24:化合物番号24の化合物の製造

原料として、N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-5-(フェニルエチニル)ベンズアミド(化合物番号22)を用いて例12(4)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:86.2%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 88 (4H, s), 6. 93 (1H, d, J=8. 1Hz), 7. 15-7. 34 (6H, m), 7. 76 (1H, d, J=2. 4Hz), 7. 84 (1H, s), 8. 47 (2H, s), 10. 79 (1H, s), 11. 15 (1H, s).

例25:化合物番号25の化合物の製造

原料として、2-ヒドロキシ-5-(トリフルオロメチル)安息香酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:44.7%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 7. 17 (1H, d, J=9.0Hz) 7. 7

2-7. 75 (2H, m), 7. 86 (1H, s), 8. 17 (2H, s), 8. 3 5 (1H, s) 11. 88 (1H, s).

[2ーヒドロキシー5ー(トリフルオロメチル)安息香酸:「ケミカル・アンド・ファーマシューティカル・ブレティン(Chemical & Pharmaceutical Bulletin)」,1996年,第44巻,第4号,p. 734-745参照]

例26:化合物番号26の化合物の製造

原料として、2-ヒドロキシ-5-(ペンタフルオロエチル)安息香酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:65.7%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 7. 19 (1H, d, J=9.0Hz) 7. 7 0 (1H, dd, J=8.7, 2.1Hz), 7. 81 (1H, d, J=2.1Hz), 8. 17 (2H, s), 8. 37 (1H, s), 11. 92 (1H, s). [2-ヒドロキシー5-(ペンタフルオロエチル) 安息香酸:「ケミカル・アンド・ファーマシューティカル・ブレティン (Chemical & Pharmaceutical Bulletin)」, 1996年, 第44巻, 第4号, p. 734-745参照]

例27:化合物番号27の化合物の製造

原料として、2-ヒドロキシ-5-(ピロール-1-イル)安息香酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:57.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 27 (2H, dd, J=2. 4, 1. 8Hz), 7. 10 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 29 (2H, dd, J=2. 4, 1. 8Hz), 7. 66 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 7. 86 (1H, s), 7. 98 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 47 (2H, s), 10. 89 (1H, s), 11. 24 (1H, s).

例28:化合物番号28の化合物の製造

原料として、N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-5-ヨードベンズアミド(化合物番号7)、及び2-チオフェンボロン酸を用いて例23と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:44.4%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 08 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 14 (1H, dd, J=5. 4, 3. 6Hz), 7. 45 (1H, dd, J=3. 6, 1. 2Hz), 7. 51 (1H, dd, J=5. 1, 0. 9Hz), 7. 75 (1H, dd, J=8. 4, 2. 4Hz), 7. 59 (1H, s), 8. 08 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 48 (2H, s), 10. 91 (1H, s), 11. 38 (1H, s).

例29:化合物番号29の化合物の製造

原料として、N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-5-ヨードベンズアミド(化合物番号7)、及び<math>3-チオフェンボロン酸を用いて例23と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:38.7%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 06 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 57 (1H, dd, J=4.8, 1.5Hz), 7. 66 (1H, dd, J=4.8, 3.0Hz), 7. 81-7. 84 (2H, m), 7. 86 (1H, s), 8. 18 (1H, d, J=2.1Hz), 8. 49 (2H, s), 10. 90 (1H, s), 11. 33 (1H, s).

例30:化合物番号30の化合物の製造

リプロミド (3.75g, 10mmol) を加え、室温で12時間攪拌した。反

応混合物を水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を亜硫酸水素ナトリウム水溶液、水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (n-n+1) ・酢酸エチル=4:1)で精製、酢酸エチル/(n-n+1) ・酢酸エチル=4:1)で精製、酢酸エチル/(n-n+1) を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 4. 91 (2H, s), 5. 36 (2H, s), 7. 32-7. 35 (3H, m), 7. 47 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 52-7. 56 (2H, m), 7. 82 (1H, s), 8. 21 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 29 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 31 (2H, s), 10. 91 (1H, s).

(2) 2-ベンジルオキシ-N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -5- (2-メチルチアゾール4-イル) ベンズアミド

2ーベンジルオキシー5ー(2ーブロモアセチル)ーNー [3, 5ービス(トリフルオロメチル)フェニル]ベンズアミド(280 mg, 0. 5 mm o 1)、チオアセタミド(41 mg, 0. 5 5 mm o 1)、炭酸水素ナトリウム(5 0 mg, 0. 6 0 mm o 1)、エタノール(1 5 mL)の混合物を1時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、水にあけ、炭酸水素ナトリウムで中和、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-n+y):酢酸エチル=4: 1)で精製して、標題化合物の白色固体(181 mg, 67. 5%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 72 (3H, s), 5. 29 (2H, s), 7. 33-7. 36 (3H, m), 7. 40 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 54-7. 57 (2H, m), 7. 81 (1H, s), 7. 94 (1H, s), 8. 12 (1H, dd, J=8. 7, 2. 1Hz), 8. 27 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 31 (2H, s), 10. 86 (1H, s).

(3) N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-ヒドロキシ

-5-(2-メチルチアゾール4-イル) ベンズアミド(化合物番号30) 2-ベンジルオキシーN-[3,5-ビス(トリフルオロメチル) フェニル]-5-(2-メチルチアゾール4-イル) ベンズアミド(160mg,0.3mmol)、10%パラジウムー炭素(240mg)にエタノール(10ml)を加え、水素雰囲気下、3.5時間攪拌した。反応混合物を濾過し、溶媒を減圧留去して、標題化合物の白色固体(103.4mg,79.2%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 72 (3H, s), 7. 08 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 83 (1H, s), 7. 85 (1H, s), 8. 01 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 42 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 50 (2H, s), 10. 96 (1H, s), 11. 40 (1H, s).

例31:化合物番号31の化合物の製造

2ーベンジルオキシー5ー(2ーブロモアセチル)ーNー [3, 5ービス(トリフルオロメチル)フェニル]ベンズアミド(例12(3)の化合物:280mg,0.5mmol)、2ーアミノピリジン(51.8mg,0.55mmol)、炭酸水素ナトリウム(50mg,0.6mmol)、エタノール(10mL)の混合物を2時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、炭酸水素ナトリウム水溶液にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(nーヘキサン:酢酸エチル=1:2)で精製して、白色固体(130.3mg)を得た。次いでこの固体(108mg,0.19mmol)と10%パラジウムー炭素(11mg)、エタノール(8mL)、酢酸エチル(8mL)の混合物を、水素雰囲気下、7時間攪拌した。反応混合物を濾過し、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(nーヘキサン:酢酸エチル=1:3)で精製して、標題化合物の白色固体(18.3mg,20.2%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 90 (1H, dt, J=6. 6, 0. 9Hz), 7. 10 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 25 (1H, m), 7. 5

7 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 86 (1H, s), 8. 04 (1H, dd, J=8.7, 2. 1Hz), 8. 35 (1H, s), 8. 48-8. 56 (4H, m), 11. 00 (1H, s), 11. 41 (1H, s).

例32:化合物番号32の化合物の製造

(1) N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -5-ョード-2 -メトキシメトキシベンズアミド

N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシー5-ヨードベンズアミド(化合物番号7;4.75g,10mmol)、クロロメチルメチルエーテル(1.14ml,15mmol)、炭酸カリウム(2.76g,20mmol)、アセトン(50mL)の混合物を8時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=3:1)で精製、n-ヘキサン/酢酸エチルから再結晶して、標題化合物の白色固体(3.96g,76.3%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 38 (3H, s), 5. 28 (2H, s), 7. 12 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 81 (1H, s), 7. 82 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 88 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 40 (2H, s), 10. 87 (1H, s).

(2) N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-メトキシメトキシ-5- (ピリジン-2-イル) ベンズアミド

N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -5-ョード-2-メト キシメトキシベンズアミド (0.20g, 0.39mmol) のN, N-ジメチルホルムアミド (8ml) 溶液に、トリーn-ブチル (2-ピリジル) スズ (0.13ml, 0.41mmol)、ジクロロビス (トリフェニルホスフィン) パラジウム (32.1mg、0.05mmol) を加え、100で1.5時間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却後、水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチ

ル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留 去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー $(n-\alpha+\psi)$:酢酸エチル= $2:1\to1:1$)で精製して、標題化合物の白色粉末 $(3.7.9\,\mathrm{mg},2.0.8\%)$ を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 3. 64 (3H, s), 5. 53 (2H, s), 7. 23-7. 28 (1H, m), 7. 36 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 65 (1H, s), 7. 77-7. 84 (2H, m), 8. 20 (2H, s), 8. 31 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 68-8. 70 (1H, m), 8. 83 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 12 (1H, s).

(3) N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-5-(ピリジン-2-イル)ベンズアミド(化合物番号32)

N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-メトキシメトキシー5-(ピリジン-2-イル)ベンズアミド(37.9mg,0.08mmo1)にメタノール(3m1)、濃塩酸(0.5m1)を加え、2時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=2:1)で精製して、標題化合物の白色粉末(16.2mg,47.2%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 13 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 33 (1H, ddd, J=7.5, 6.3, 1.2Hz), 7.86-7.91 (2 H, m), 7.97 (1H, d, J=7.8Hz), 8.20 (1H, dd, J=8.7, 2.1Hz), 8.50 (2H, s), 8.59 (1H, d, J=2.4 Hz), 8.64-8.66 (1H, m), 10.97 (1H, s), 11.53 (1H, s).

例33:化合物番号33の化合物の製造

原料として、5-メトキシサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)

アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:56.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 77 (3H, s), 6. 97 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 10 (1H, dd, J=9. 0, 3. 0Hz), 7. 43 (1H, d, J=3. 0Hz), 7. 84 (1H, s), 8. 47 (2H, s), 10. 84 (1H, s), 10. 91 (1H, s).

例34:化合物番号34の化合物の製造

(1) 5-アセチル-2-メトキシ安息香酸 メチルエステル

5ーアセチルサリチル酸 メチルエステル (5.00g, 25.7mmol)、炭酸カリウム (7.10g, 51.4mmol)、N, Nージメチルホルムアミド (25mL) の混合物に、氷冷下、沃化メチル (2.5mL、40.1mmol)を加え、室温で3時間攪拌した。反応混合物を水にあけ、塩酸で中和、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣を懸濁洗浄 (イソプロピルエーテル/nーヘキサン)して、標題化合物の白色結晶 (5.17g, 96.5%)を得た。1HーNMR (CDCl₃):δ 2.59 (3H, s), 3.92 (3H, s), 3.99 (3H, s), 7.04 (1H, d, J=8.7Hz), 8.12 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 8.41 (1H, d, J=2.4Hz).

(2) 5-イソブチリル-2-メトキシ安息香酸 メチルエステル

5-アセチル-2-メトキシ安息香酸 メチルエステル (0.50g, 2.40 mmol)、 <math>tert-ブトキシカリウム (0.81g, 7.22mmol)、テトラヒドロフラン (10mL) の混合物に、氷冷下、沃化メチル (0.5mL、8.03mmol) を加え、室温で1時間攪拌した。反応混合物を水にあけ、塩酸で中和、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー <math>(n-n+y):酢酸エチル=3:1→2:1) で精製して、標題化合物の薄黄色オイル (143.1mg, 25.2%) を得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 1. 22 (6H, d, J=6. 9Hz), 3. 5 2 (1H, m), 3. 92 (3H, s), 3. 98 (3H, s), 7. 05 (1H, d, J=8. 7Hz), 8. 13 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 42 (1H, d, J=2. 4Hz).

(3) 5-イソブチリル-2-メトキシ安息香酸

5-イソブチリルー2-メトキシ安息香酸 メチルエステル (143.1mg,

0.60mmol)のメタノール(5mL)溶液に、2規定水酸化ナトリウム溶液(1mL)を加え、1時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、2規定塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して、標題化合物の白色結晶(134mg,定量的)を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 22 (6H, d, J=6. 9Hz), 3. 5 9 (1H, m), 4. 15 (3H, s), 7. 16 (1H, d, J=8. 7Hz), 8. 24 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 73 (1H, d, J=2. 1Hz).

(4) 5-イソブチリル-N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] -2-メトキシベンズアミド

原料として、5ーイソブチリルー2ーメトキシ安息香酸、及び3,5ービス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:61.4%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 23 (6H, d, J=6.9Hz), 3. 6 4 (1H, m), 4. 20 (3H, s), 7. 18 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 65 (1H, s), 8. 19 (2H, s), 8. 22 (1H, dd, J=8. 7, 2. 1Hz), 8. 88 (1H, d, J=2.1Hz), 9. 98 (1H, s). (5) N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-ヒドロキシ -5-イソブチリルベンズアミド (化合物番号34)

5- (1) (トリフルオロメチル)フェニル] -2 ーメトキシベンズアミド(143.4mg, 0.33mmol)、2,4,6- リジン(3ml)、沃化リチウム(53.1mg, 0.40mmol) の混合物を 1時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、2規定塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水で洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-0・キサン:酢酸エチル=3:1) で精製し、酢酸エチル/イソプロピルエーテルで結晶化して、標題化合物の白色結晶(90.3mg, 65.3%) を得た。 ^1H-NMR ($DMSO-d_6$):31.12(31.120。31.120 。31.120 00 01 01 01 01 01 01 0

例35:化合物番号35の化合物の製造

原料として、4-ヒドロキシイソフタル酸-1-メチルエステル、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:91.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 85 (3H, s), 7. 12 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 86 (1H, s), 8. 02 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 46-8. 47 (3H, m), 10. 96 (1H, s), 12. 03 (1H, brs).

[4ーヒドロキシイソフタル酸-1ーメチルエステル:「ジャーナル・オブ・ザ・ケミカル・ソサイエティー (Journal of the Chemical Society)」, (英国), 1956年, p. 3099-3107参照]

例36:化合物番号36の化合物の製造

N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-4-ヒドロキシイソフ

タラミン酸 メチルエステル (化合物番号35;2.85g,7mmo1)のメタノール/テトラヒドロフラン (14mL+14mL) 懸濁液に、2規定水酸化ナトリウム水溶液 (14mL) を加え、2時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、2規定塩酸 (20mL) を加え、析出した固体を濾取、水洗、乾燥して、標題化合物の白色結晶 (2.68g,97.4%) を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 10 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 82 (1H, s), 7. 86 (1H, s), 8. 01 (1H, dd, J=8.7, 2. 4Hz), 8. 47 (2H, s), 8. 48 (1H, d, J=2.4Hz), 10. 97 (1H, s), 11. 98 (1H, brs).

以下の実施例において例36の方法が引用されている場合、塩基としては、水酸化ナトリウム、炭酸カリウム等の無機塩基を用いた。また、反応溶媒としては、水、メタノール、エタノール、テトラヒドロフラン等の溶媒を単独若しくは混合して用いた。

例37:化合物番号37の化合物の製造

4-ヒドロキシイソフタル酸(182 mg, 1 mmo1)、3, 5-ビス(トリフルオロメチル)アニリン(687 mg, 3 mmo1)、三塩化リン(87μ L;1 mmo1)、トールエン(10 mL)を用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物の白色結晶(151 mg, 25.0%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 18 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 82 (1H, s), 7. 86 (1H, s), 8. 11 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 50 (2H, s), 8. 54 (2H, s), 8. 56 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 79 (1H, s), 10. 99 (1H, s), 11. 84 (1H, brs).

例38:化合物番号38の化合物の製造

(1) 4-ベンジルオキシー<math>N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] イソフタラミン酸 メチルエステル

水素化ナトリウム (60%; 1.04g, 26mmol) のN, N-ジメチルホ

(2) 4 ーベンジルオキシーNー[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]イソフタラミン酸

原料として、4 ーベンジルオキシーNー[3,5 ービス(トリフルオロメチル)フェニル]イソフタラミン酸 メチルエステルを用いて例36と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:79.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 5. 32 (2H, s), 7. 32-7. 34 (3H, m), 7. 43 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 52-7. 56 (2H, m), 7. 81 (1H, s), 8. 12 (1H, dd, J=8. 7, 2. 1Hz), 8. 22 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 28 (2H, s), 10. 85 (1H, s), 13. 81 (1H, brs).

(3) $4-ベンジルオキシ-N^3-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-N^1, <math>N^1$ -ジメチルイソフタルアミド

4-ベンジルオキシーN- [3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]イ ソフタラミン酸(242mg, 0.50mmol)、ジメチルアミン塩酸塩(41mg, 0.50mmol)、トリエチルアミン(51mg, 0.50mmol)のテトラヒドロフラン(5mL)溶液に、氷冷下、1-(3-ジメチルアミノプロピル)-3-エチルカルボジイミド塩酸塩(以下、 $WSC\cdot HCl$ と略す;95mg, 0.50mmol)を加え、室温で3時間攪拌した。反応混合物を水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を希塩酸、水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー((キサン:酢酸エチル=1:4)で精製して、標題化合物の白色固体(165mg, 64.9%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 99 (6H, s) 5. 29 (2H, s), 7. 32-7. 38 (4H, m), 7. 52-7. 56 (2H, m), 7. 64 (1H, dd, J=8. 7, 2. 1Hz), 7. 73 (1H, d, J=2. 1Hz), 7. 80 (1H, s), 8. 28 (2H, s), 10. 83 (1H, s).

以下の実施例において例38(3)の方法が引用されている場合、塩基としては、 ピリジン、トリエチルアミン等の有機塩基を用いた。また、反応溶媒としては、 ジクロロメタン、テトラヒドロフラン等の溶媒を単独若しくは混合して用いた。

(4) $N^3 - [3, 5 - \forall x (トリフルオロメチル) フェニル] <math>-4 - \forall x \in \mathbb{N}^1$, $N^1 - \forall x \in \mathbb{N}^1$ (化合物番号38)

4-ベンジルオキシ-N $^3-$ [3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-N 1 ,N $^1-$ ジメチルイソフタルアミド(141mg,0.28mmol)、5%パラジウム-炭素(14mg)、エタノール(5ml)、酢酸エチル(5ml)混合物を、水素雰囲気下、室温で1時間攪拌した。反応混合物を濾過し、濾液を減圧留去して、標題化合物の白色固体(106mg,91.2%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 98 (6H, s), 7. 02 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 52 (1H, dd, J=8. 7, 2. 1Hz), 7. 84 (1H, s), 7. 95 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 46 (2H, s), 1

1. 10 (1H, brs), 11. 63 (1H, brs).

例39:化合物番号39の化合物の製造

(1) 2-ベンジルオキシ-N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -5- (ピペリジン-1-カルボニル) ベンズアミド

原料として、4 ーベンジルオキシーNー[3,5 ービス(トリフルオロメチル)フェニル]イソフタラミン酸(例38(2)の化合物)、及びピペリジンを用いて例38(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:56.4%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 53-1. 70 (6H, m), 3. 44 (2 H, brs), 3. 70 (2H, brs), 5. 26 (2H, s), 7. 24 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 26 (1H, s), 7. 52-7. 58 (5H, m), 7. 66 (2H, s), 7. 74 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 37 (1H, d, J=2. 1Hz), 10. 27 (1H, s).

(2) N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシー5-(ピペリジン-1-カルボニル)ベンズアミド(化合物番号39)原料として、2-ベンジルオキシーN-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-(ピペリジン-1-カルボニル)ベンズアミドを用いて例38(4)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 96.3% 白色固体

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 51 (4H, brs), 1. 60-1. 65 (2H, m), 3. 47 (4H, brs), 7. 04 (1H, d, J=8. 4 Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8. 4, 2. 1Hz), 7. 85 (1H, s), 7. 92 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 46 (2H, s), 10. 99 (1H, s), 11. 64 (1H, brs).

例40:化合物番号40の化合物の製造

(1) 2 - ベンジルオキシー 5 - (4 - ベンジルピペリジン- 1 - カルボニル) -N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]ベンズアミド 原料として、4-ベンジルオキシ-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] イソフタラミン酸(例38(2)の化合物)、及び4-ベンジルピペリジンを用いて例38(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:76.7%

¹H-NMR (CD₃OD): δ 1. 18-1. 38 (2H, m), 1. 67 (1 H, brs), 1. 74 (1H, brs), 1. 84-1. 93 (1H, m), 2. 60 (2H, d, J=7. 2Hz), 2. 83 (1H, brs), 3. 10 (1H, brs), 3. 78 (1H, brs), 4. 59 (1H, brs), 5. 34 (2H, s), 7. 15-7. 18 (3H, m), 7. 24-7. 28 (2H, m), 7. 4 0-7. 46 (4H, m), 7. 57-7. 63 (3H, m), 7. 65 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 96 (2H, s), 8. 05 (1H, d, J=2. 1Hz).

(2) N-[3, 5ービス(トリフルオロメチル)フェニル]-2ーヒドロキシー5-(4ーベンジルピペリジン-1-カルボニル)ベンズアミド(化合物番号40)

原料として、2-ベンジルオキシー5-(4-ベンジルピペリジンー1-カルボニル)-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]ベンズアミドを用いて例38(4)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率 54.3% 白色固体

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 08-1. 22 (2H, m), 1. 59 -1. 62 (2H, m), 1. 77-1. 80 (1H, m), 2. 50-2. 55 (2H, m), 2. 87 (2H, brs), 3. 75 (1H, br), 4. 39 (1 H, br), 7. 06 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 17-7. 20 (3H, m), 7. 28 (2H, t, J=7. 2Hz), 7. 49 (1H, dd, J=8. 4, 2. 1Hz), 7. 84 (1H, s), 7. 93 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 47 (2H, s), 10. 89 (1H, s), 11. 65 (1H, s).

例41:化合物番号41の化合物の製造

(1) 2-メトキシー5-スルファモイル安息香酸

メチル 2ーメトキシー5ースルファモイルベンゾエート(4.91g,20mmol)のメタノール(30mL)溶液に、2規定水酸化ナトリウム溶液(30mL,60mmol)を加え、室温で1時間攪拌した。反応混合物を2規定塩酸にあけ、析出した固体を濾取して、標題化合物の白色固体(4.55g,98.3%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 89 (3H, s), 7. 30 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 32 (2H, s), 7. 92 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 8. 09 (1H, d, J=2. 7Hz), 13. 03 (1H, br).

(2) N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-メトキシー5-スルファモイルベンズアミド

原料として、2-メトキシ-5-スルファモイル安息香酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例12(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:24.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 97 (3H, s), 7. 38 (2H, s), 7. 39 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 85 (1H, s), 7. 96 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 06 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 43 (2H, s), 10. 87 (1H, s).

(3) N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-ジメチルスルファモイル-2-メトキシベンズアミド

N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル) フェニル] -2-メトキシ-5-スルファモイルベンズアミド(442mg, 1:0mmol)、沃化メチル(710mg, 5:0mmol)、炭酸カリウム(415mg, 3:0mmol)、アセトニトリル(10mL)の懸濁液を3時間加熱還流した。反応混合液を室温まで冷却後、水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をn-

ヘキサン/酢酸エチルから再結晶して、標題化合物の白色固体 (207 mg, 44.1%) を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 62 (6H, s), 3. 99 (3H, s), 7. 45 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 85 (1H, s), 7. 91 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 95 (1H, d, J=2. 4Hz) 8. 4 3 (2H, s), 10. 90 (1H, s).

(4) N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-ジメチルスルファモイル-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号41)

原料として、N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-ジメチルスルファモイル-2-メトキシベンズアミドを用いて例34(5)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:45.5%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 61 (6H, s), 7. 20 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 77 (1H, dd, J=8. 7, 2. 1Hz), 7. 86 (1H, s), 8. 14 (1H, d, J=2. 1Hz) 8. 45 (2H, s), 1 1. 16 (1H, s), 12. 15 (1H, br).

例42:化合物番号42の化合物の製造

(1) N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-メトキシー5-(ピロール-1-スルホニル)ベンズアミド

N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-メトキシー5-スルファモイルベンズアミド(例41(2)の化合物;442mg,1mmol)、2,5-ジメトキシテトラヒドロフラン(159mg,1.2mmol)、酢酸(5mL)の混合物を2時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=3:2)で精製して、標題化合物の白色固体(436.5mg,88.6%)を

得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 96 (3H, s), 6. 36 (2H, d d, J=2. 4, 2. 1Hz), 7. 37 (2H, d d, J=2. 4, 2. 1Hz), 7. 42 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 85 (1H, s), 8. 80 (1H, d d, J=9. 0, 2. 4Hz) 8. 18 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 38 (2H, s), 10. 92 (1H, s).

(2) N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-ヒドロキシ -5-(ピロール-1-スルホニル) ベンズアミド (化合物番号42) 原料として、N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-メトキシ-5-(ピロール-1-スルホニル) ベンズアミドを用いて例34 (5) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:79.4%

¹H-NMR (DMSO-d₆) δ 6. 36 (2H, dd, J=2. 4, 2. 1 Hz), 7. 18 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 34 (2H, dd, J=2. 4, 2. 1Hz), 7. 86 (1H, s), 7. 99 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz) 8. 31 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 42 (2H, s), 1 0. 98 (1H, s).

例43:化合物番号43の化合物の製造

原料として、N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-5-ニトロベンズアミド(化合物番号8)を用いて例38(4)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:98.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 4. 79 (2H, brs), 6. 76 (1H, d, J=2. 1Hz), 6. 76 (1H, s), 7. 09 (1H, dd, J=2. 1, 1. 2Hz), 7. 80 (1H, s), 8. 45 (2H, s), 10. 30 (1H, br), 10. 84 (1H, s).

例44:化合物番号44の化合物の製造

原料として、5-ジメチルアミノサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:28.8%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 85 (6H, s), 6. 92 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 01 (1H, dd, J=8. 7, 3. 0Hz), 7. 22 (1H, d, J=3. 0Hz), 7. 84 (1H, s), 8. 47 (2H, s), 10. 62 (1H, s), 10. 83 (1H, s).

例45:化合物番号45の化合物の製造

アルゴン雰囲気下、5-アミノーN-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号43;364mg,1mmol)、ピリジン(95mg,1.2mmol)、テトラヒドロフラン(10mL)の混合物に、氷冷下、ベンゾイルクロリド(155mg,1.1mmol)を加え、1時間攪拌した。反応混合物を水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=4:1)で精製して、標題化合物の白色固体(121mg,25.7%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 51-7. 62 (3H, m), 7. 81 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7. 83 (1H, s), 7. 98 (2H, d, J=7.2Hz), 8. 22 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 49 (2H, s), 10. 27 (1H, s), 10. 8 9 (1H, s), 11. 07 (1H, s).

例46:化合物番号46の化合物の製造

 $5-アミノ-N-[3,5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号 <math>43;100.2\,\mathrm{mg},0.2\,\mathrm{8mmol})$ のアセトニトリル $(4\,\mathrm{ml})$ 溶液に、 $4-ジメチルアミノピリジン (3\,\mathrm{mg}),フェニルイソシアネート <math>(30\,\mu\,\mathrm{L},0.2\,\mathrm{8mmol})$ を加え、 $60\,\mathrm{C}$ で5分間攪

拌した。反応混合物を室温まで冷却後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン: 酢酸エチル=1:1) で精製して、標題化合物の薄褐色固体 (54.8 mg, 41.2%) を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 93-6. 98 (1H, m), 6. 97 (1H, d, J=9. 3Hz), 7. 27 (2H, t, J=7. 8Hz), 7. 3 4-7. 46 (2H, m), 7. 50 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 7. 83 (1H, s), 7. 88 (1H, s), 8. 47 (2H, s), 8. 56 (1H, s), 8. 63 (1H, s), 10. 87 (1H, s), 10. 89 (1H, s). 例47: 化合物番号47の化合物の製造

原料として、5-アミノーN-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] -2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号43)、及びフェニルイソチオシアネートを用いて例46と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:66.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 00 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 13 (1H, tt, J=7.5, 1.2Hz), 7. 34 (2H, t, J=7.8 Hz), 7. 45-7.51 (3H, m), 7. 84 (1H, s), 7. 87 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 47 (2H, s), 9. 65 (1H, s), 9. 74 (1H, s), 10. 84 (1H, s), 11. 32 (1H, s).

例48:化合物番号48の化合物の製造

原料として、5- [(4-ニトロフェニル) ジアゼニル] サリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:11.3%

¹H-NMR (DMSO- d_6): δ 7. 23 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 87 (1H, s), 8. 06 (2H, d, J=9.0Hz), 8. 10 (1H, d d, J=9.0, 2.4Hz), 8. 44 (2H, d, J=9.0Hz), 8. 50 (2H, s), 8. 53 (1H, d, J=2.4Hz), 11. 13 (1H, s),

12.14 (1H, br).

例49:化合物番号49の化合物の製造

原料として、5-({[(4-ピリジン-2-イル) スルファモイル] フェニル} ジ アゼニル) サリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用 いて例3と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:7.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6.87 (1H, t, J=6.0Hz), 7.22 (1H, d, J=8.7Hz), 7.21-7.23 (1H, m), 7.77 (1H, t, J=8.4Hz), 7.87 (1H, s), 7.95-7.98 (3H, m), 8.03-8.07 (4H, m), 8.47 (1H, d, J=2.4Hz), 8.49 (2H, s), 11.14 (1H, s), 12.03 (1H, br). 例 50: 化合物番号 50 の化合物の製造

(1) 4-アセチルアミノ-5-クロロ-2-メトキシ安息香酸 原料として、4-アセチルアミノ-5-クロロ-2-メトキシ安息香酸 メチル エステルを用いて例36と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:88.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 16 (3H, s), 3. 78 (3H, s), 7. 72 (1H, s), 7. 77 (1H, s), 9. 57 (1H, s), 12. 74 (1H, s).

(2) 4-アセチルアミノ-N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-クロロ-2-メトキシベンズアミド

原料として、4ーアセチルアミノー5ークロロー2ーメトキシ安息香酸、及び3,5ービス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例12(3)と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:23.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 17 (3H, s), 3. 89 (3H, s), 7. 77-7. 82 (3H, m), 8. 45-8. 49 (2H, m), 9. 66 (1

H, s), 10.68 (1H, s).

(3) 4ーアセチルアミノーNー[3,5ービス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-クロロー2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号50)

原料として、4-アセチルアミノ-N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-クロロ-2-メトキシベンズアミドを用いて例34(5)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:72.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 17 (3H, s), 7. 75 (1H, s), 7. 82 (1H, s), 7. 95 (1H, s), 8. 44 (2H, s), 9. 45 (1H, s), 11. 16 (1H, brs), 11. 63 (1H, brs).

例51:化合物番号51の化合物の製造

原料として、4-クロロサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:55.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 05-7. 08 (2H, m), 7. 84 -7. 87 (2H, m), 8. 45 (2H, s), 10. 84 (1H, s) 11. 64 (1H, brs).

例52:化合物番号52の化合物の製造

原料として、6ーヒドロキシサリチル酸、及び3,5ービス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:86.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 36 (2H, d, J=8. 4Hz), 7. 13 (1H, t, J=8. 4Hz), 7. 79 (1H, s), 8. 38 (2H, s), 11. 40 (2H, brs), 11. 96 (1H, brs).

例53:化合物番号53の化合物の製造

原料として、4-メチルサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様な操作を行い、標題化合物を得た。 収率: 42.9%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 32 (3H, s) 6. 82 (1H, d, J=6. 6Hz) 6. 84 (1H, s) 7. 83 (1H, s) 7. 84 (1H, d, J=8. 5Hz) 8. 47 (2H, s) 10. 76 (1H, s) 11. 44 (1H, s).

例54:化合物番号54の化合物の製造

原料として、5 ーブロモー4ーヒドロキシサリチル酸、及び3, 5ービス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:82.4%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 5. 89 (1H, s) 6. 70 (1H, s) 7. 69 (2H, s) 7. 95 (1H, s) 8. 12 (2H, s) 11. 62 (1H, s).

例55:化合物番号55の化合物の製造

原料として、4-ヒドロキシサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:29.9%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 37 (1H, d, J=2.5Hz), 6. 42 (1H, dd, J=8.8, 2.5Hz), 7. 81 (1H, s), 7. 86 (1H, d, J=8.5Hz), 8. 44 (2H, s), 10. 31 (1H, s), 10. 60 (1H, s), 11. 77 (1H, s).

例56:化合物番号56の化合物の製造

原料として、3,5-ジクロロサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:44.8%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 85 (1H, d, J=2.5Hz), 7. 91 (1H, s), 8. 01 (1H, d, J=2.5Hz), 8. 42 (2H, s), 11. 10 (1H, s).

例57:化合物番号57の化合物の製造

原料として、3-ヒドロキシサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 22. 7%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 81 (1H, t, J=8.0Hz), 7. 01 (1H, dd, J=8.0, 1.5Hz), 7. 35 (1H, dd, J=8.0, 1.5Hz), 7. 84 (1H, s), 8. 46 (2H, s), 9. 56 (1H, s), 10. 79 (1H, s), 10. 90 (1H, brs).

例58:化合物番号58の化合物の製造

原料として、3-メチルサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:54.9%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO- d_{6}): δ 2. 22 (3H, s), 6. 94 (1H, t, J=7. 4Hz), 7. 42 (1H, d, J=7. 4Hz), 7. 84-7. 85 (2H, m), 8. 47 (2H, s), 10. 87 (1H, s), 11. 87 (1H, s).

例59:化合物番号59の化合物の製造

原料として、3-メトキシサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 34.6%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 85 (3H, s), 6. 94 (1H, t, J=8. 0Hz), 7. 20 (1H, dd, J=8. 0, 1. 4Hz), 7. 44 (1H, dd, J=8. 0, 1. 4Hz), 7. 84 (1H, s), 8. 45 (2H, s), 10. 82 (1H, s), 10. 94 (1H, brs).

例60:化合物番号60の化合物の製造

原料として、5-[(1, 1, 3, 3-テトラメチル) ブチル] サリチル酸、及び <math>3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例 <math>3と同様な操作を行い、

標題化合物を得た。

収率:64.2%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 0. 70 (9H, s), 1. 35 (6H, s), 1. 72 (2H, s), 6. 95 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 50 (1H, dd, J=8. 0, 2. 1Hz), 7. 83 (1H, s), 7. 84 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 46 (1H, s), 10. 77 (1H, s), 11. 20 (1H, s).

例61:化合物番号61の化合物の製造

原料として、3, 5, 6ートリクロロサリチル酸、及び3, 5ービス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 26.2%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 88 (1H, s), 7. 93 (1H, s), 8. 33 (2H, s), 10. 88 (1H, s), 11. 36 (1H, s).

例62:化合物番号62の化合物の製造

原料として、3,5-ビス[(1,1-ジメチル)エチル]サリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様な操作を行い、標 題化合物を得た。

収率:65.0%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1. 34 (9H, s), 1. 40 (9H, s), 7. 49 (1H, d, J=2. 2Hz), 7. 82 (1H, d, J=2. 2Hz), 7. 91 (1H, s), 8. 40 (2H, s), 10. 82 (1H, s), 12. 44 (1H, s).

例63:化合物番号63の化合物の製造

原料として、6 ーフルオロサリチル酸、及び3,5 ービス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:35.9%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 73-6. 82 (2H, m), 7. 32

(1H, ddd, J=1. 4, 8. 5, 15. 3Hz), 7. 83 (1H, s), 8. 39 (2H, s), 10. 50 (1H, d, J=1. 4Hz), 11. 11 (1 H, s).

例64:化合物番号64の化合物の製造

原料として、3 ークロロサリチル酸、及び3, 5 ービス (トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:61.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 05 (1H, dd, J=7. 6, 8. 0Hz), 7. 69 (1H, dd, J=1. 4, 13. 3Hz), 7. 90 (1H, s), 7. 93 (1H, dd, J=1. 4, 8. 0Hz), 8. 44 (2H, s), 11. 01 (1H, s), 11. 92 (1H, br. s).

例65:化合物番号65の化合物の製造

原料として、4ーメトキシサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:14.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 81 (3H, s), 6. 54 (1H, d, J=2. 5Hz), 6. 61 (1H, dd, J=2. 5, 8. 8Hz), 7. 83 (1H, s), 7. 95 (1H, d, J=8. 8Hz), 8. 45 (2H, s), 10. 69 (1H, s), 11. 89 (1H, s).

例66:化合物番号66の化合物の製造

原料として、6 ーメトキシサリチル酸、及び3,5 ービス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:63.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 24 (3H, s), 6. 03 (1H, d, J=8. 0Hz), 6. 05 (1H, d, J=8. 5Hz), 6. 71 (1H, d d, J=8. 2, 8. 5Hz), 7. 25 (1H, s), 7. 88 (2H, s), 9. 67 (1H, s), 10. 31 (1H, s)

例67:化合物番号67の化合物の製造

原料として、5-アミノーN-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] -2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号43)、及びメタンスルホニルクロリドを用いて例45と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 22.6%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 93 (3H, s), 7. 02 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 31 (1H, dd, J=8. 4, 2. 7Hz), 7. 68 (1H, d, J=2. 7Hz), 7. 83 (1H, s), 8. 46 (2H, s), 9. 48 (1H, s), 10. 85 (1H, s), 11. 15 (1H, s).

例68:化合物番号68の化合物の製造

原料として、5-アミノ-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] -2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号43)、及びベンゼンスルホニルクロリドを用いて例45と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 45.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6.89 (1 H, d, J=8.7 Hz), 7. 10 (1 H, dd, J=8.7, 2.7 Hz), 7.51-7.64 (4 H, m), 7.68-7.71 (2 H, m), 7.81 (1 H, s), 8.42 (2 H, s), 10.03 (1 H, s), 10.87 (1 H, s), 11.13 (1 H, brs). 例69: 化合物番号69の化合物の製造

原料として、5-アミノーN-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] -2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号43)、及びアセチルクロリドを用い て例45と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:44.8%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 02 (3H, s), 6. 97 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 61 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 82 (1H, s), 7. 99 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 46 (2H, s), 9. 90 (1H, s), 10. 85 (1H, s), 10. 94 (1H, s).

例70:化合物番号70の化合物の製造

N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-メトキシー5-スルファモイルベンズアミド(例41(2)の化合物)を用いて例34(5)と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:59.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 17 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 31 (2H, s), 7. 85 (1H, s), 7. 86 (1H, dd, J=8. 4, 2. 4Hz), 8. 26 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 47 (2H, s), 10. 95 (1H, s), 11. 90 (1H, s).

例71:化合物番号71の化合物の製造

原料として、1-ヒドロキシナフタレン-2-カルボン酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:65.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 51 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 60 (1H, td, J=7. 8, 0. 9Hz), 7. 70 (1H, td, J=7. 8, 0. 9Hz), 7. 70 (1H, td, J=7. 8, 0. 9Hz), 7. 89 (1H, s), 7. 93 (1H, d, J=8. 4Hz), 8. 09 (1H, d, J=9. 0Hz), 8. 33 (1H, d, J=8. 7Hz), 8. 51 (2H, s), 10. 92 (1H, s), 13. 36 (1H, s).

例72:化合物番号72の化合物の製造

原料として、3-ヒドロキシナフタレン-2-カルボン酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 46. 9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 36-7. 41 (2H, m), 7. 50 -7. 55 (1H, m), 7. 79 (1H, d, J=8. 2Hz), 7. 85 (1 H, d, J=0. 6Hz), 7. 96 (1H, d, J=8. 0Hz), 8. 51 (2 H, s), 10.98 (1H, s), 11.05 (1H, s).

例73:化合物番号73の化合物の製造.

原料として、2-ヒドロキシナフタレン-1-カルボン酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:30.2%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 27 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 32-7. 38 (1H, m), 7. 45-7. 50 (1H, m), 7. 72 (1H, d, J=8.5Hz), 7. 82-7. 93 (3H, m), 8. 50 (1H, s), 10. 28 (1H, s), 11. 07 (1H, brs).

例74:化合物番号74の化合物の製造

(1) 4-ブロモー3-ヒドロキシチオフェン-2-カルボン酸

4 - ブロモー3 - ヒドロキシチオフェンー2 - カルボン酸 メチルエステル (500mg, 2.1mmol)、水酸化ナトリウム (261mg, 6.3mmol)のメタノール/水 (2.5mL+2.5mL)混合溶液を2時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、2規定塩酸でpHを1とし、酢酸エチル (50mL)で希釈した。酢酸エチル溶液を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を減圧下留去して、標題化合物の赤褐色粉末 (326mg, 69.4%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 4.05 (1H, brs), 7.40 (1H, s).

(2) 4-ブロモー3-ヒドロキシ-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] チオフェンー2-カルボキサミド(化合物番号74)

原料として、4 ーブロモー3 ーヒドロキシチオフェンー2 ーカルボン酸、及び3,5 ービス (トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:82.4%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 7. 42 (1H, s), 7. 67 (1H, brs),

7. 78 (1H, brs), 8. 11 (2H, s), 9. 91 (1H, brs). 例 75:化合物番号 75 の化合物の製造

 $5-\rho$ ロロー2ーヒドロキシニコチン酸(174mg, 1mmo1)、3, 5-ビス(トリフルオロメチル)アニリン(<math>275mg, 1.2mmo1), ピリジン(316mg, 4mmo1)のテトラヒドロフラン/ジクロロメタン(20mL+10mL)溶液に、オキシ塩化リン(0.112ml, 1.2mmo1)を加え、室温で2時間攪拌した。反応混合物を酢酸エチル(100mL)及び0.2規定塩酸(<math>100mL)にあけ、30分間攪拌、セライト濾過し、水層を酢酸エチルで抽出した。合わせた酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄,無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(<math>n-ヘキサン:酢酸エチル= $2:1\rightarrow1:1$)で精製、エタノールで懸濁洗浄して、標題化合物の白色結晶(183mg, 47.6%)を得た。融点:>270

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 83 (1H, s), 8. 15 (1H, d, J=3. 3Hz), 8. 36 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 40 (2H, s), 12. 43 (1H, s).

以下の実施例において例75の製造法が引用されている場合、縮合剤(酸ハロゲン化剤)としては、オキシ塩化リンを用いた。塩基としては、ピリジンを用いた。 また、反応溶媒としては、ジクロロメタン、テトラヒドロフラン等の溶媒を単独若しくは混合して用いた。

例76:化合物番号76の化合物の製造

原料として、3-ヒドロキシピリジン-2-カルボン酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例75と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:45.0%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 7. 40 (1H, dd, J=8. 4, 1. 8H z), 7. 46 (1H, dd, J=8. 4, 4. 2Hz), 7. 68 (1H, s),

8. 16 (1H, dd, J=4. 2, 1. 2Hz), 8. 25 (2H, s), 10. 24 (1H, s), 11. 42 (1H, s).

例77:化合物番号77の化合物の製造

3,5-ビス (トリフルオロメチル) フェニルイソシアネート ($255\,\mathrm{mg}$, $1.0\,\mathrm{mm}$ o 1) のテトラヒドロフラン ($5\,\mathrm{mL}$) 溶液に、アルゴン雰囲気下、6-クロローオキシインドール ($184\,\mathrm{mg}$, $1.1\,\mathrm{mm}$ o 1) のテトラヒドロフラン ($5\,\mathrm{m}$ 1) 溶液、トリエチルアミン ($0.3\,\mathrm{m}$ 1) を加え、室温で4時間攪拌した。反応混合物を希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=4:1)で精製して、標題化合物の桃色固体($172.2\,\mathrm{mg}$, 40.7%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 97 (2H, s), 7. 29 (1H, d d, J=8. 1, 2. 1Hz), 7. 41 (1H, d, J=8. 1Hz), 7. 8 (1H, s), 8. 04 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 38 (2H, s), 10. 93 (1H, s).

例78:化合物番号78の化合物の製造。

原料として、3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニルイソシアネート、及びオキシインドールを用いて例77と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:44.8%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 98 (2H, s), 7. 22 (1H, t d, J=7. 8, 1. 2Hz), 7. 33-7. 40 (2H, m), 7. 87 (1H, s), 8. 02 (1H, d, J=7. 8Hz), 8. 38 (2H, s), 11. 00 (1H, s).

例79:化合物番号79の化合物の製造

原料として、3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニルイソシアネート、及び5-クロロオキシインドールを用いて例77と同様の操作を行い、標題化合物

を得た。

収率:31.1%

¹H-NMR (DMSO- d_6): δ 3. 99 (2H, s), 7. 41 (1H, d d, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 47 (1H, d, J=2. 1Hz), 7. 8 7 (1H, s), 8. 01 (1H, d, J=8. 4Hz), 8. 38 (2H, s), 10. 93 (1H, s).

例80:化合物番号80の化合物の製造

原料として、3ーヒドロキシキノキサリンー2ーカルボン酸、及び3,5ービス (トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物 を得た。

収率: 2. 7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 40-7. 45 (2H, m), 7. 69 (1H, td, J=8. 4, 1. 5Hz), 7. 90-7. 93 (2H, m), 8. 41 (2H, s), 11. 64 (1H, s), 13. 02 (1H, s).

例81:化合物番号81の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 3. 6%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 7. 03 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 4 3-7. 48 (2H, m), 6. 61 (1H, d, J=8. 1Hz), 7. 85 (1 H, d, J=8. 4Hz), 8. 36 (1H, brs), 8. 60 (1H, s), 1 1. 31 (1H, s).

例82:化合物番号82の化合物の製造

原料として、N-[2, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-クロロー2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号81)、及びアセチルクロリドを用いて例5と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 6. 6%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 2. 35 (3H, s), 7. 17 (1H, d, J = 8. 7Hz), 7. 54 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 55 (1H, d, J=8. 1Hz), 7. 80 (1H, d, J=8. 1Hz), 7. 95 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 60 (1H, s), 8. 73 (1H, s).

例83:化合物番号83の化合物の製造 原料として、5ーブロモサリチル酸、及び2,5ービス(トリフルオロメチル)

アニリンを用いて例3と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:24.0%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 0 3 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 6 5 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 76 (1H, d, J=8. 4Hz), 8. 0 3 (1H, d, J=8. 1Hz) 8. 11 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 74 (1H, s), 11. 02 (1H, s), 12. 34 (1H, s).

例84:化合物番号84の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び2,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:1.5%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 36 (3H, s), 6. 97 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 23 (1H, s), 7. 32 (1H, dd, J=8. 4, 1. 5Hz), 7. 57 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 83 (1H, d, J=8. 4Hz), 8. 46 (1H, s), 8. 69 (1H, s), 11. 19 (1H, s). 例85: 化合物番号85の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-フルオロ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:62.0%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 42 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 48 (1H, dd, J=9. 0, 3. 0 Hz), 7. 85 (1H, d, J=2. 4Hz), 7. 94 (1H, dd, J=1

1. 4, 2. 1Hz), 7. 99 (1H, s), 10. 73 (1H, s), 11. 4 6 (1H, s).

例86:化合物番号86の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3-ブロモ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:73.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 99 (1 H, d, J=9.0 Hz), 7. 60 (1 H, d d, J=9.0, 2.4 Hz), 7. 72 (1 H, s), 7. 97 (1 H, d, J=2.7 Hz), 8. 16 (1 H, s), 8. 28 (1 H, s), 10. 69 (1 H, s), 11. 45 (1 H, s).

例87:化合物番号87の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-フルオロ-5-(トリフルオロメ チル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:77.9%

¹H-NMR (DMSO- d_6): δ 7. 07 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 52 (1H, dd, J=9.0, 2.7Hz), 7. 58-7. 61 (2H, m), 7. 95 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 71 (1H, d, J=7.5Hz), 10. 90 (1H, s), 12. 23 (1H, s).

例88:化合物番号88の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-クロロ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:49.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 09 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 53 (1H, dd, J=9. 0, 3. 0Hz), 7. 55 (1H, dd, J=8. 4, 2. 7Hz), 7. 83 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 98 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 88 (1H, d, J=2. 7Hz), 11. 14 (1H, s), 12. 39 (1H, s).

例89:化合物番号89の化合物の製造

原料として、5-クロローN-[2-クロロー5-(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号88)、及びアセチルクロリドを用いて例5と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:34.0%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 39 (3H, s), 7. 16 (1H, d, J = 8. 7Hz), 7. 37 (1H, ddd, J=8. 7, 2. 4, 0. 6Hz), 7. 51-7. 56 (2H, m), 7. 97 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 85 (1H, s), 8. 94 (1H, d, J=1. 8Hz).

例90:化合物番号90の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-クロロ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:34.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 56 (1H, ddd, J=8. 1, 2. 4, 1. 2Hz), 7. 64 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 83 (1H, dd, J=8. 1, 1. 2Hz), 8. 11 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 87 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 12 (1H, s), 12. 42 (1H, s).

例91:化合物番号91の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-ニトロ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:8.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 08 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 53 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 73 (1H, dd, J=8. 4, 1. 8Hz), 7. 95 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 36 (1H, d, J=8. 7Hz), 9. 01 (1H, d, J=1. 8Hz), 12. 04 (1H, s), 12. 20 (1H, s).

例92:化合物番号92の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-メチル-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:73.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 39 (3H, s), 7. 07 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 44-7. 54 (3H, m), 7. 99 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 43 (1H, s), 10. 52 (1H, s), 12. 17 (1H, brs).

例93:化合物番号93の化合物の製造

原料として、5 ーブロモサリチル酸、及び3 ーメトキシー5 ー (トリフルオロメ チル) アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:58.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 85 (3H, s), 6. 98 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 03 (1H, s), 7. 57-7. 61 (2H, m), 7. 77 (1H, s), 8. 00 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 57 (1H, s), 11. 56 (1H, s).

例94:化合物番号94の化合物の製造

原料として、5 ーブロモサリチル酸、及び2 ーメトキシー5 ー (トリフルオロメ チル) アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:71.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 99 (3H, s), 7. 03 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 30 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 47-7. 51 (1H, m), 7. 61 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 8. 10 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 82 (1H, d, J=2. 1Hz) 11. 03 (1H, s), 12. 19 (1H, s).

例95:化合物番号95の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-メトキシ-5- (トリフルオロメ

チル) アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:83.4%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO- d_{6}): δ 4. 00 (3H, s), 7. 08 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 30 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 47-7. 52 (2H, m), 7. 97 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 83 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 05 (1H, s), 12. 17 (1H, s).

例96:化合物番号96の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-メチルスルファニル-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:79.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 57 (3H, s), 7. 07 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 52 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 55 (1H, dd, J=8. 4, 1. 5Hz), 7. 63 (1H, d, J=8. 1Hz), 8. 00 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 48 (1H, d, J=1. 5Hz), 10. 79 (1H, s), 12. 26 (1H, s).

例97:化合物番号97の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-(1-ピロリジニル)-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:44.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 86-1. 91 (4H, m), 3. 20 -3. 26 (4H, m), 6. 99 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 07 (1 H, d, J=8. 7Hz), 7. 43 (1H, dd, J=8. 7, 2. 1Hz), 7. 62 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 94 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 17 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 54 (1H, s), 12. 21 (1H, s).

例98:化合物番号98の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-モルホリノ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:65.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 90 (4H, dd, J=4. 5, 4. 2Hz), 3. 84 (4H, dd, J=4. 8, 4. 2Hz), 7. 09 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 48 (2H, s), 7. 61 (1H, dd, J=8. 4, 2. 7Hz), 8. 13 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 90 (1H, s), 11. 21 (1H, s), 12. 04 (1H, s).

例99:化合物番号99の化合物の製造

原料として、5-ニトロサリチル酸、及び2-クロロ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:31.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 98 (1H, d, J=9. 3Hz), 7. 52 (1H, dd, J=8. 4, 2. 1Hz), 7. 81 (1H, d, J=8. 4 Hz), 8. 21 (1H, dd, J=9. 0, 3. 3Hz), 8. 82 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 93 (1H, d, J=2. 4Hz), 12. 18 (1H, s).

例100:化合物番号100の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び2-クロロ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:15.8%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 36 (3H, s), 6. 95 (1H, d, J=8. 1Hz), 7. 26-7. 31 (2H, m), 7. 37 (1H, dd, J=8. 4, 1. 8Hz), 7. 56 (1H, d, J=8. 4Hz), 8. 65 (1H, brs), 8. 80 (1H, d, J=1. 8Hz), 11. 33 (1H, brs). 例101:化合物番号101の化合物の製造

原料として、5-メトキシサリチル酸、及び2-クロロ-5-(トリフルオロメ

チル) アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:56.4%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 77 (3H, s), 6. 91 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 07 (1H, dd, J=8.7, 3. 0Hz), 7. 20 (1H, t, J=1.8Hz), 7. 52-7. 54 (3H, m), 10. 33 (1H, s), 11. 44 (1H, s).

例102:化合物番号102の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び2-メチル-5-(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:14.2%、白色固体

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 29 (3H, s), 2. 38 (3H, s), 6. 94 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 27 (1H, ddd, J=8. 4, 2. 4, 0. 6Hz), 7. 44 (1H, dd, J=8. 1, 1. 5Hz), 7. 52 (1H, d, J=7. 8Hz), 7. 84 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 46 (1H, d, J=1. 5Hz), 10. 55 (1H, s), 11. 72 (1H, s).

例103:化合物番号103の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び2-メトキシ-5-(トリフルオロメ チル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:77.9%

¹H-NMR (CDC1₃): δ 2. 35 (3H, s), 4. 02 (3H, s), 6. 93 (1H, d, J=9. 0Hz), 6. 98 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 25-7. 28 (2H, m), 7. 36 (1H, ddd, J=8. 4, 2. 1, 0. 9Hz), 8. 65 (1H, brs), 8. 73 (1H, d, J=2. 1Hz), 11. 69 (1H, s).

例104:化合物番号104の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-ブロモー5-(トリフルオロメチ

ル) アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:37.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 03 (1H, d, J=9.3Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7. 72 (1H, s), 7. 84 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 16 (1H, s), 8. 28 (1H, s), 1 0. 69 (1H, s), 11. 42 (1H, s).

例105:化合物番号105の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-メトキシ-5-(トリフルオロメ チル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:68.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 85 (3H, s), 7. 02 (1H, s), 7. 03 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 61 (1H, s), 7. 77 (1H, s), 7. 88 (1H, d, J=2. 7Hz), 10. 57 (1H, s), 11. 53 (1H, s).

例106:化合物番号106の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-モルホリノ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:64.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 90 (4H, m), 3. 84 (4H, m), 7. 15 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 48 (2H, s), 7. 50 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 8. 00 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 91 (1H, s), 11. 24 (1H, s), 12. 05 (1H, s).

例107:化合物番号107の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-ブロモ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:59.2%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 7. 10 (1H, d, J=8.7Hz), 7.

48 (1H, dd, J=8. 4, 2. 1Hz), 7. 53 (1H, dd, J=8. 7, 3. 0Hz), 7. 97-7. 99 (2H, m), 8. 81 (1H, d, J= 2. 1Hz), 11. 03 (1H, s), 12. 38 (1H, s).

例108:化合物番号108の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-アミノ-5-トリフルオロメチル 安息香酸メチルエステルを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率:67.0%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 91 (3H, s), 7. 02 (1H, d, J=9. 3Hz), 7. 43 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 7. 57 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 13 (1H, s), 8. 23 (1H, s), 8. 29 (1H, s), 8. 36 (1H, s), 11. 52 (1H, s).

例109:化合物番号109の化合物の製造

5-クロロー2-ヒドロキシーN-[3-メトキシカルボニルー5-(トリフルオロメチル)フェニル]ベンズアミド(化合物番号108;105mg,0.281mmol)のメタノール(2.5mL)懸濁液に、2規定水酸化ナトリウム水溶液(0.6mL)を加え、室温で3時間攪拌した。反応液に水を加え、酢酸エチルで洗浄した。水層に希塩酸を加え酸性とした後、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をイソプロピルエーテルで結晶化して、標題化合物の白色固体(100mg,99.0%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 49 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 91 (1H, d, J=2.7 Hz), 7. 93 (1H, s), 8. 43 (1H, s), 8. 59 (1H, s), 10. 78 (1H, s), 11. 48 (1H, s).

例110:化合物番号110の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-(2-ナフチルオキシ)-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得

た。

収率:89.6%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 6. 94 (1H, d, J=9. 6Hz), 6. 9 8 (1H, d, J=9. 2Hz), 7. 25-7. 41 (4H, m), 7. 48-7. 57 (3H, m), 7. 81 (1H, d, J=6. 9Hz), 7. 88 (1H, d, J=6. 9Hz), 7. 95 (1H, d, J=8. 9Hz), 8. 72 (1H, s), 8. 83 (1H, d, J=2. 0Hz), 11. 70 (1H, s).

例111:化合物番号111の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-(2, 4-ジクロロフェノキシ) -5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題 化合物を得た。

収率:4.7%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 6. 78 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 0 2 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 16 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 33-7. 38 (3H, m), 7. 42 (1H, dd, J=8. 6, 2. 6Hz), 7. 49 (1H, d, J=2. 6Hz) 7. 58 (1H, d, J=2. 3Hz), 8. 66 (1H, brs,), 8. 82 (1H, d, J=2. 0Hz), 11. 65 (1H, s).

例112:化合物番号112の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-[(4-トリフルオロメチル) ピペリジノ] -5-(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:60.5%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 85-2. 05 (2H, m), 2. 15 (2H, d, J=10. 9Hz), 2. 28 (1H, m), 2. 82 (2H, t, J=11. 0Hz), 3. 16 (2H, d, J=12. 2Hz), 7. 02 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 31 (1H, d, J=8. 3Hz), 7. 42 (2H, m).

7. 50 (1H, d, J=2.6Hz), 8. 75 (1H, s), 9. 60 (1H, s), 11. 94 (1H, s)

例113:化合物番号113の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-(2, 2, 2-トリフルオロエトキシ)-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:94.5%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 4. 58 (2H, q, J=7. 9Hz), 6. 9 9-7. 05 (2H, m), 7. 41-7. 50 (3H, m), 8. 63 (1H, brs), 8. 79 (1H, d, J=2. 0Hz), 11. 59 (1H, s).

例114:化合物番号114の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-(2-メトキシフェノキシ)-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:80.6%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO- d_{6}): δ 3. 74 (3H, s), 6. 70 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 02 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 07 (1H, d d, J=1. 5, 7. 8Hz), 7. 24-7. 39 (4H, m), 7. 49 (1H, dd, J=3. 0, 8. 7Hz), 8. 00 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 92 (1H, d, J=2. 1Hz), 11. 36 (1H, s), 12. 18 (1H, s).

例115:化合物番号115の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-(4-クロロ-3,5-ジメチルフェノキシ)-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:91.5%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2.34 (6H, s), 7.03 (1H, d,

J=8.8Hz), 7.05 (1H, d, J=8.1Hz), 7.11 (2H, s), 7.43-7.47 (1H, m), 7.48 (1H, dd, J=2.9, 8.8Hz), 7.97 (1H, d, J=2.6Hz), 8.94 (1H, d, J=2.2Hz), 11.25 (1H, s), 12.12 (1H, s).

例116:化合物番号116の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-ピペリジノ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:73.7%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 68-1. 72 (2H, m), 1. 80-1. 88 (4H, m), 2. 89 (4H, t, J=5. 2Hz), 7. 01 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 31 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 39-7. 43 (2H, m), 7. 55 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 73 (1H, d, J=1. 8Hz), 9. 71 (1H, s), 12. 05 (1H, s)

例117:化合物番号117の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-(4-メチルフェノキシ)-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:67.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 33 (3H, s), 6. 93 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 03 (1H, dd, J=0. 5, 8. 8Hz), 7. 12 (2H, d, J=8. 2Hz), 7. 29 (2H, d, J=8. 5Hz), 7. 4 3 (1H, dd, J=2. 0, 8. 6Hz), 7. 48 (1H, ddd, J=0. 8, 2. 7, 8. 8Hz), 7. 98 (1H, dd, J=0. 8, 2. 7Hz), 8. 94 (1H, d, J=2. 2Hz), 11. 29 (1H, s), 12. 15 (1H, s).

例118:化合物番号118の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-(4-クロロフェノキシ)-5-

(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物 を得た。

収率:74.5%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 01 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 06 (1H, d, J=8.5Hz), 7. 22 (1H, d, J=8.5Hz), 7. 43-7. 48 (2H, m), 7. 50 (2H, d, J=8.2Hz), 7. 94 (1H, dd, J=0.5, 2.7Hz), 8. 92 (1H, d, J=2.2Hz), 11. 20 (1H, s), 12. 10 (1H, s).

例119:化合物番号119の化合物の製造

原料として、5-クロロー2-ヒドロキシニコチン酸、及び2-クロロー5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例75と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 42. 9%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 52 (1H, dd, J=8. 4, 2. 1Hz), 7. 81 (1H, d, J=8. 4Hz), 8. 16 (1H, s), 8. 3 9 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 96 (1H, d, J=2. 1Hz), 12. 76 (1H, s), 13. 23 (1H, s).

例120:化合物番号120の化合物の製造

原料として、O-アセチルサリチル酸クロリド、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例1と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:73.5%

mp 167-168℃.

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2.35 (3H, s), 7.14-7.18 (2H, m), 7.35-7.40 (1H, m), 7.52-7.57 (3H, m), 7.81 (1H, dd, J=7.8, 1.8Hz), 8.05 (1H, brs). 例121:化合物番号121の化合物の製造

原料として、2-アセトキシ-N-(3,5-ジクロロフェニル)ベンズアミド

(化合物番号121)を用いて例2と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:60.3%

mp 218-219°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 95-7. 02 (2H, m), 7. 35 -7. 36 (1H, m), 7. 42-7. 47 (1H, m), 7. 83-7. 87 (3H, m), 10. 54 (1H, s), 11. 35 (1H, s).

例122:化合物番号122の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び2,5 ージクロロアニリンを用いて例3 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:10.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 08 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 24-7. 28 (1H, m), 7. 50-7. 54 (1H, m), 7. 61 (1H, dd, J=9.0, 3.0Hz), 7. 97 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 58 (1H, d, J=2.4Hz), 11. 02 (1H, s), 12. 35 (1H, brs).

例123:化合物番号123の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3,5-ジフルオロアニリンを用いて 例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:36.3%

mp 259-261°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 96-7. 04 (2H, m), 7. 45 -7. 54 (2H, m), 7. 58 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 94 (1H, d, J=2. 7Hz), 10. 60 (1H, s) 11. 48 (1H, s).

例124:化合物番号124の化合物の製造

原料として、5-フルオロサリチル酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて 例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:33.3%

mp 258-260°C.

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 00-7. 05 (1H, m), 7. 28 -7. 37 (2H, m), 7. 63 (1H, dd, J=9. 3, 3. 3Hz), 7. 84 (2H, d, J=2. 1Hz), 10. 56 (1H, s), 11. 23 (1H, s).

例125:化合物番号125の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:41.2%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 03 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 36-7. 37 (1H, m), 7. 48 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 83-7. 84 (3H, m), 10. 56 (1H, s), 11. 44 (1H, s).

例126:化合物番号126の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 61. 6%

mp $243-244^{\circ}$ C.

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 98 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 36-7. 37 (1H, m), 7. 59 (1H, dd, J=9.0, 2.4Hz), 7. 83 (2H, d, J=1.8Hz), 7. 95 (1H, d, J=2.4Hz), 10. 56 (1H, 's), 11. 46 (1H, s).

例127:化合物番号127の化合物の製造

原料として、5-ヨードサリチル酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:65.4%

mp 244-245°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 84 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 35-7. 37 (1H, m), 7. 72 (1H, dd, J=9. 0, 2. 1 Hz), 7. 83 (2H, d, J=1. 8Hz), 8. 09 (1H, d, J=2. 1Hz), 10. 55 (1H, s), 11. 45 (1H, s).

例128:化合物番号128の化合物の製造

原料として、3,5-ジブロモサリチル酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:44.2%

mp 181-182°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 42-7. 43 (1H, m), 7. 80 (2H, d, J=1. 8Hz), 8. 03 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 1 7 (1H, d, J=2. 1Hz), 10. 82 (1H, s).

例129:化合物番号129の化合物の製造

原料として、4-クロロサリチル酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:57.2%

mp 255-256°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 03-7. 06 (2H, m), 7. 34
-7. 36 (1H, m), 7. 82-7. 85 (3H, m), 10. 51 (1H, s),
11. 70 (1H, brs).

例130:化合物番号130の化合物の製造

原料として、5-ニトロサリチル酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例 3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:83.1%

mp 232-233°C.

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 7. 16 (1H, d, J=9.6Hz),

7. 37-7. 39 (1H, m), 7. 84 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 29 (1H, dd, J=9. 0, 3. 0Hz), 8. 65 (1H, d, J=3. 0Hz), 10. 83 (1H, s).

例131:化合物番号131の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:71.0%

mp 216-217°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2.28 (3H, s), 6.90 (1H, d, J=8.4Hz), 7.26 (1H, dd, J=8.7, 1.8Hz), 7.34-7.36 (1H, m), 7.67 (1H, d, J=1.5Hz), 7.85 (2H, d, J=1.8Hz), 10.52 (1H, s), 11.15 (1H, s). 例132:化合物番号132の化合物の製造

原料として、5-メトキシサリチル酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて 例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:29.8%

mp 230-232°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 76 (3H, s), 6. 95 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 08 (1H, dd, J=9. 0, 3. 0Hz), 7. 35-7. 36 (1H, m), 7. 40 (1H, d, J=3. 0Hz), 7. 85 (2H, d, J=1. 5Hz), 10. 55 (1H, s), 10. 95 (1H, s). 例133: 化合物番号133の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3,5-ジニトロアニリンを用いて例 3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:32.2%

mp 258-260°C.

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 98-7. 02 (1H, m), 7. 59

-7. 63 (1H, m), 7. 96-7. 97 (1H, m), 8. 56-8. 58 (1H, m), 9. 03-9. 05 (2H, m), 11. 04 (1H, s), 11. 39 (1H, brs).

例134:化合物番号134の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,5-ビス[(1,1-ジメチル) エチル]アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:75.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 27 (9H, s), 1. 33 (9H, s), 7. 04 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 26 (1H, dd, J=8. 4, 2. 1Hz), 7. 35-7. 38 (2H, m), 7. 49 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 8. 07 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 22 (1H, s), 12. 38 (1H, brs).

例135:化合物番号135の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-[(1, 1-ジメチル) エチル] - 2-メトキシアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:89.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 28 (9H, s), 3. 33 (3H, s),
7. 01 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 05 (1H, d, J=9. 0Hz),
7. 11 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 47 (1H, dd, J=9. 0Hz),
9. 0, 3. 0Hz), 7. 99 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 49 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 78 (1H, s), 12. 03 (1H, s).

例136:化合物番号136の化合物の製造

原料として、5-0ロローNー $\{5-[(1,1-i)メチル)$ エチル]ー2ーメトキシフェニル $\}$ ー2ーヒドロキシベンズアミド(化合物番号135)、及びアセチルクロリドを用いて例5と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:87.5%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 1. 35 (9H, s), 2. 37 (3H, s),

3. 91 (3H, s), 6. 86 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 12 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 13 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 47 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 8. 02 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 66 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 93 (1H, s).

例137:化合物番号137の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3,5-ジメチルアニリンを用いて例 3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:58.1%

mp 188-190°C.

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 28 (6H, s), 6. 80 (1H, s), 6. 96 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 33 (2H, s), 7. 58 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 8. 10 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 29 (1H, s), 11. 93 (1H, brs).

例138:化合物番号138の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3,5-ビス[(1,1-ジメチル)エチル]アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:34.1%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 26 (18H, s), 6. 99 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 29 (1H, t, J=1. 8Hz), 7. 39 (1、dd、J=9. 0, 2. 4Hz), 7. 41 (2H, d, J=1. 5Hz), 7. 51 (1H, d, J=2. 1Hz), 7. 81 (1H, brs), 12. 01 (1H, s). 例139: 化合物番号139の化合物の製造

収率:66.1%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 1.34 (18H, s), 2.36 (3H, s),

7. 12 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 25 (1H, d, J=1.5Hz), 7. 44 (2H, d, J=1.2Hz), 7. 47 (1H, dd, J=8.7, 2. 7Hz), 7. 87 (1H, d, J=2.4Hz), 7. 98 (1H, s).

例140:化合物番号140の化合物の製造

原料として、5ープロモサリチル酸、及び3,5ービス[(1,1ージメチル) エチル]アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 45. 2%

¹H-NMR (DMSO- d_6): δ 1. 30 (18H, s), 6. 95 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 20 (1H, t, J=1. 5Hz), 7. 56 (2H, d, J=1. 5Hz), 7. 58 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 12 (1H, d, J=2. 7Hz), 10. 39 (1H, s), 11. 98 (1H, s).

例141:化合物番号141の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-アミノ-4-メトキシビフェニル を用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:37.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 95 (3H, s), 7. 08 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 20 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 34 (1H, t, J=7. 2Hz), 7. 40-7. 50 (4H, m), 7. 62 (1H, d, J=8. 7Hz), 8. 00 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 77 (1H, d, J=2. 1Hz), 10. 92 (1H, s), 12. 09 (1H, s).

例142:化合物番号142の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2,5-ジメトキシアニリンを用いて 例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:39.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 72 (3H, s), 3. 84 (3H, s), 6. 66 (1H, ddd, J=9. 0, 3. 0, 0. 6Hz), 6. 99-7. 0 3 (2H, m), 7. 58 (1H, ddd, J=9. 0, 2. 7, 0. 6Hz), 8. 10 (1H, dd, J=2. 4, 0. 6Hz), 8. 12 (1H, d, J=3. 0Hz), 10. 87 (1H, s), 12. 08 (1H, s).

例143:化合物番号143の化合物の製造

原料として、5 ーブロモサリチル酸、及び3, 5 ージメトキシアニリンを用いて 例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:40.3%

mp 207-209℃.

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 75 (6H, s), 6. 30-6. 32 (1H, m), 6. 94-6. 97 (3H, m), 7. 57 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 04 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 32 (1H, s), 11. 78 (1H, s).

例144:化合物番号144の化合物の製造

原料として、5 ーブロモサリチル酸、及び5 ーアミノイソフタル酸 ジメチルエステルを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:74.1%

mp 254-256°C.

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 92 (6H, s), 6. 97 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 60 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 8. 06 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 24-8. 25 (1H, m), 8. 62 (2H, m), 10. 71 (1H, s), 11. 57 (1H, s).

例145:化合物番号145の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び2,5-ビス[(1,1-ジメチル)エチル]アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:61.1%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO- d_{6}): δ 1. 27 (9H, s), 1. 33 (9H, s), 2. 28 (3H, s), 6. 89 (1H, d, J=8. 1Hz), 7. 24 (1H,

d, J = 2.1 Hz), 7. 27 (1H, d, J = 2.1 Hz), 7. 32 (1H,

d, J = 2.4 Hz), 7.37 (1H, d, J = 8.4 Hz), 7.88 (1H,

d, J=1.5Hz), 10.15 (1H, s), 11.98 (1H, brs).

例146:化合物番号146の化合物の製造

例147:化合物番号147の化合物の製造

原料として、5-ニトロサリチル酸、及び3,5-ビス[(1,1-ジメチル) エチル]アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:46.7%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 37 (18H, s), 7. 13 (1H, d, J=9. 3Hz), 7. 32 (1H, t, J=1. 8Hz), 7. 46 (2H, d, J=1. 8Hz), 8. 07 (1H, s), 8. 33 (1H, dd, J=9. 3, 2. 1Hz), 8. 59 (1H, d, J=2. 4Hz), 13. 14 (1H, s).

原料として、5ーメチルサリチル酸、及び3,5ービス[(1,1ージメチル)エチル]アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:16.3%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 35 (18H, s), 2. 35 (3H, s), 6. 94 (1H, d, H=8. 4Hz), 7. 23-7. 28 (2H, m), 7. 31 (1H, s), 7. 42 (1H, d, J=1. 8Hz), 7. 88 (1H, s), 11. 86 (1H, s).

例148:化合物番号148の化合物の製造

原料として、5-メトキシサリチル酸、及び3,5-ビス[(1,1-ジメチル) エチル]アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:12.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 30 (18H, s), 3. 77 (3H, s), 6. 91 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 07 (1H, dd, J=8. 7, 3. 0Hz), 7. 19-7. 20 (1H, m), 7. 52-7. 54 (3H, m), 10. 33 (1H, s), 11. 44 (1H, s).

例149:化合物番号149の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び5-[(1, 1-ジメチル) エチル] -2-メトキシアニリンを用いて例 3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:84.7%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 1. 35 (9H, s), 2. 34 (3H, s), 3. 93 (3H, s), 6. 86 (1H, d, J=8. 7Hz), 6. 93 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 12 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 2 4 (1H, dd, J=8. 4, 1. 8Hz), 7. 27 (1H, brs), 8. 4 8 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 61 (1H, brs), 11. 95 (1H, s).

例150:化合物番号150の化合物の製造

原料として、5-ブロモー2-ヒドロキシ-N-[3, 5-ビス(メトキシカルボニル)フェニル] ベンズアミド(化合物番号144)を用いて例109と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:89.0%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 98 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 60 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7. 24 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 8. 08 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 24 (1H, t, J=1.5Hz), 8. 57 (2H, d, J=1.2Hz), 10. 67 (1H, s), 11. 64 (1H, s).

例151:化合物番号151の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-メチル-5-[(1-メチル) エチル] アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:19.1%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 1. 26 (6H, d, J=6.9Hz), 2. 3 0 (3H, s), 2. 87-2. 96 (1H, m), 7. 00 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 08 (1H, dd, J=7. 8, 1.8Hz), 7. 20 (1H,

d, J=7.8Hz), 7.40 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7. 49 (1H, d, J=2.7Hz), 7.50 (1H, s), 7.71 (1H, s), 11.99 (1H, s).

例152:化合物番号152の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,5-ジエトキシアニリンを用いて 例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:59.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 32 (3H, t, J=6.9Hz), 1. 41 (3H, t, J=6.9Hz), 3. 97 (2H, q, J=6.9Hz), 4. 06 (2H, q, J=6.9Hz), 6. 61 (1H, dd, J=9.0, 3.0 Hz), 6. 98 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 10 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 97 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 16 (1H, d, J=3.0Hz), 10. 96 (1H, s), 11. 91 (1H, s).

例153:化合物番号153の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,5-ジメチルアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:90.5%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 28 (3H, s), 2. 35 (3H, s), 6. 99 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 02 (1H, brs), 7. 15 (1H, d, J=7. 7Hz), 7. 40 (1H, dd, J=8. 8, 2. 5Hz), 7. 45 (1H, brs), 7. 49 (1H, d, J=2. 5Hz) 7. 70 (1H, br), 11. 96 (1H, brs).

例154:化合物番号154の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び5 ークロロー2 ーシアノアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:90.0%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 09 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 53 (1H, dd, J=8.7, 3.0Hz), 7. 82 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7. 95 (1H, d, J=3.0Hz), 8. 07 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 36 (1H, d, J=9.0Hz), 11. 11 (1H, s), 12. 36 (1H, s).

例155:化合物番号155の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-(N, N-ジエチルスルファモイル) -2-メトキシアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:44.8%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 1. 17 (6H, t, J=7. 3Hz), 3. 2 9 (4H, q, J=7. 3Hz), 4. 05 (3H, s), 7. 00 (2H, dd, J=2. 3, 8. 9Hz), 7. 41 (1H, dd, J=2. 3, 8. 9Hz), 7. 48 (1H, d, J=2. 6Hz), 7. 65 (1H, dd, J=2. 3, 8. 6Hz), 8. 56 (1H, br. s), 8. 84 (1H, d, J=2. 3Hz), 11. 82 (1H, s).

例156:化合物番号156の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-クロロ-5-ニトロアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:73.3%

 $^{1}H-NMR$ (CD₃OD): δ 6. 98 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 4 3 (1H, dd, J=2. 6, 8. 6Hz), 7. 74 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 99 (1H, dd, J=3. 0, 8. 9Hz), 8. 08 (1H, d, J=2. 6Hz), 9. 51 (1H, d, J=2. 6Hz)

例157:化合物番号157の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び5 - (N-フェニルカルバモイル) - 2 - メトキシアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:40.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 99 (3H, s), 7. 09 (2H, d d, J=6. 6, 6. 9Hz), 7. 24 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 3 5 (2H, dd, 6. 9, 7. 3Hz), 7. 49 (1H, d, J=2. 3, 8. 9Hz), 7. 77 (3H, d, J=8. 6Hz), 8. 00 (1H, s), 8. 9 7 (1H, s), 10. 17 (1H, s), 10. 91 (1H, s), 12. 11 (1H, s).

例158:化合物番号158の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,5-ジメトキシアニリンを用いて 例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:73.9%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 3.82 (3H, s), 3.93 (3H, s), 6.66 (1H, d d, J=3.0, 8.9Hz), 6.86 (1H, d, J=8.9Hz), 6.98 (1H, d, J=8.9Hz), 7.39 (1H, d d, J=2.6, 8.9Hz), 7.47 (1H, d, J=2.6Hz), 8.08 (1H, d, J=3.0Hz), 8.60 (1H, br. s), 12.03 (1H, s). 例159: 化合物番号159の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-アセチルアミノ-2-メトキシア ニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:16.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 01 (3H, s), 3. 85 (3H, s), 7. 03 (2H, t, J=9.6Hz), 7. 49 (2H, dd, J=8.9, 9. 2Hz), 7. 96 (1H, s), 8. 51 (1H, s), 9. 87 (1H, s), 10. 82 (1H, s), 12. 03 (1H, d, J=4.0Hz).

例160:化合物番号160の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-メトキシ-2-メチルアニリンを 用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率:100%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 2. 29 (3H, s), 3. 82 (3H, s), 6. 75 (1H, dd, J=2. 6, 8. 2Hz), 7. 00 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 16 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 38 (1H, d, 2. 3Hz), 7. 41 (1H, dd, J=2. 3, 8. 9Hz), 7. 48 (1H, d, J=2. 3Hz), 7. 70 (1H, br. s), 11. 92 (1H, s).

例161:化合物番号161の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,5-ジプトキシアニリンを用いて 例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:73.9%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 0. 98 (3H, t, J=7. 2Hz), 1. 0 5 (3H, t, J=7. 2Hz), 1. 44-1. 65 (4H, m), 1. 72-1. 79 (2H, m), 1. 81-1. 91 (2H, m), 3. 97 (2H, t, J=6. 3Hz), 4. 07 (2H, t, J=6. 3Hz), 6. 64 (1H, dd, J=9. 0, 3. 0Hz), 6. 85 (1H, d, J=9. 3Hz), 6. 9 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 39 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 44 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 08 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 76 (1H, s), 12. 08 (1H, s).

例162:化合物番号162の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,5-ジイソペンチルオキシシアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:59.7%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 0. 97 (6H, d, J=6. 6Hz), 1. 0 3 (6H, d, 6. 6Hz), 1. 64-1. 98 (6H, m), 3. 99 (2H, t, J=6. 6Hz), 4. 09 (2H, t, J=6. 3Hz), 6. 63 (1H, dd, J=8. 7, 3. 0Hz), 6. 85 (1H, d, J=8. 7Hz), 6. 98 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 38 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4

Hz), 7. 43 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 09 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 75 (1H, s), 12. 08 (1H, s).

例163:化合物番号163の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-カルバモイル-2-メトキシアニ リンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 31. 2%

¹H-NMR (CD₃OD): δ 4. 86 (3H, s), 6. 93 (1H, d, J = 7. 6Hz), 7. 18 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 35 (1H, dd, J=3. 0, 7. 6Hz), 7. 47 (1H, dd, J=2. 0, 8. 6Hz), 8. 00 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 80 (1H, d, J=2. 0Hz).

例164:化合物番号164の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-[(1, 1-ジメチル) プロピル] -2-フェノキシアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率: 65.2%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 0. 69 (3H, t, J=7.6Hz), 1. 2 9 (6H, s), 1. 64 (2H, q, J=7.6Hz), 6. 91 (1H, dd, J=1.7, 7.6Hz), 6. 96 (1H, d, J=8.9Hz), 7. 03 (2 H, d, J=8.9Hz), 7. 10 (1H, dt, J=1.7, 7.6Hz), 7. 16 (1H, dt, J=1.7, 7.6Hz), 7. 31-7. 40 (4H, m), 8. 42 (1H, dd, J=2.0, 7.9Hz), 8. 53 (1H, br. s) 11. 94 (1H, s).

例165:化合物番号165の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-ヘキシルオキシ-5-(メチルスルホニル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:33.0%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 0. 92 (3H, t, J=6. 9Hz), 1. 4 0-1. 59 (6H, m), 1. 90-2. 01 (2H, m), 3. 09 (3H, s), 4. 22 (2H, t, J=6. 3Hz), 7. 01 (1H, d, J=8. 9 Hz), 7. 06 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 40-7. 43 (2H, m), 7. 73 (1H, dd, J=8. 6, 2. 3Hz), 8. 74 (1H, brs), 8. 99 (1H, d, J=2. 3Hz), 11. 76 (1H, s).

例166:化合物番号163の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3'-アミノ-2,2,4'-トリメ チルプロピオフェノンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:44.8%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 38'(9H, s), 2. 38 (3H, s), 7. 01 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 31 (1H, d, J=7. 9Hz), 7. 42 (1H, dd, J=8. 9, 2. 6Hz), 7. 53 (1H, d, J=2. 6Hz), 7. 57 (1H, dd, J=7. 9, 2. 0Hz), 7. 83 (1H, brs), 8. 11 (1H, d, J=2. 0Hz), 11. 82 (1H, s).

例167:化合物番号167の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-メトキシ-2- (1-ピロリル) アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:53.4%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 46 (3H, s), 6. 51-6. 52 (2 H, m), 6. 82-6. 85 (3H, m), 6. 93 (1H, d, J=8. 9H z), 7. 06 (1H, d, J=7. 9Hz), 7. 30 (1H, d, J=7. 9Hz), 7. 32 (1H, dd, J=2. 3, 8. 9Hz), 7. 61 (1H, s), 8. 29 (1H, s), 11. 86 (1H, br. s).

例168:化合物番号168の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-クロロ-2-トシルアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:8.0%

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 2. 38 (3H, s), 7. 02 (1H, d, J

=8. 9 Hz), 7. 25-7. 31 (3H, m), 7. 46 (1H, dd, J= 2. 6, 8. 9 Hz), 7. 68 (2H, d, J=8. 6 Hz), 7. 74 (1H, d, J=2. 3 Hz), 7. 96 (1H, d, J=8. 6 Hz), 8. 56 (1H, d, J=2. 0 Hz), 10. 75 (1H, s), 11. 70 (1H, s).

例169:化合物番号169の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-クロロ-5-トシルアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:43.5%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 38 (3H, s), 7. 02 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 27 (1H, d, J=7. 9Hz), 7. 29 (1H, dd, J=2. 0, 6. 6Hz), 7. 46 (1H, dd, J=2. 3, 8. 9Hz), 7. 68 (2H, d, J=8. 6Hz), 7. 73 (2H, d, J=2. 3Hz), 7. 97 (1H, d, J=8. 6Hz), 8. 56 (1H, d, J=2. 0Hz), 10. 73 (1H, s), 11. 71 (1H, s).

例170:化合物番号170の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-フルオロ-5-(メチルスルホニル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:28.8%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 3. 12 (3H, s), 7. 03 (1H, d, J = 8. 9Hz), 7. 38 (1H, dd, J=8. 6, 10. 2Hz), 7. 45 (1H, dd, J=2. 3, 8. 9Hz), 7. 53 (1H, d, J=2. 3Hz), 7. 80 (1H, ddd, J=2. 3, 4. 6, 8. 6Hz), 8. 25 (1H, s), 8. 98 (1H, dd, J=2. 3, 7. 7Hz), 11. 33 (1H, br. s).

例171:化合物番号171の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-メトキシ-5-フェノキシアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:77.0%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 3. 98 (3H, s), 6. 80 (1H, d, J=8. 8Hz), 6. 90 (1H, d, J=8. 8Hz), 6. 95-7. 00 (3H, m), 7. 04-7. 09 (1H, m), 7. 29-7. 35 (2H, m), 7. 38 (1H, dd, J=8. 8, 2. 6Hz), 7. 47 (1H, d, J=2. 6Hz), 8. 19 (1H, d, J=2. 9Hz), 8. 61 (1H, brs), 11. 92 (1H, s).

例172:化合物番号172の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-アミノ-4-メチルビフェニルを 用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 47. 7%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 33 (3H, s), 7. 06 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 43-7. 52 (4H, m), 7. 64-7. 67 (2H, m), 8. 04 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 19 (1H, d, J=1.5Hz), 10. 40 (1H, s), 12. 22 (1H, s).

例173:化合物番号173の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-(α, α-ジメチルベンジル)-2-メトキシアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:89.0%

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 1. 72 (6H, s), 3. 93 (3H, s), 6. 83 (1H, d, J=8. 8Hz), 6. 93 (1H, dd, J=2. 6, 8. 8Hz), 6. 96 (1H, d, J=9. 2Hz), 7. 15-7. 20 (1H, m), 7. 25-7. 28 (4H, m), 7. 36 (1H, dd, J=2. 6, 8. 8Hz), 7. 46 (1H, d, J=2. 6Hz), 8. 35 (1H, d, J=2. 6Hz), 8. 51 (1H, s), 12. 04 (1H, s).

例174:化合物番号174の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-モルホリノー2-ニトロアニリン

を用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 4. 1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 46-3. 52 (4H, m), 3. 85-3. 94 (4H, m), 7. 03 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 47 (1H, dd, J=2. 9, 8. 8Hz), 7. 80 (1H, dd, J=2. 6, 8. 8Hz), 7. 82 (1H, d, J=2. 6Hz), 7. 88 (1H, d, J=8. 8Hz), 8. 20 (1H, d, J=2. 2Hz), 10. 70 (1H, s), 11. 43 (1H, s)

例175:化合物番号175の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び5 ーフルオロー2 ー (1 ーイミダゾリル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:33.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 99 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 12-7. 19 (2H, m), 7. 42-7. 51 (3H, m), 7. 89 (1H, d, J=2.8Hz), 7. 93 (1H, d, J=1.1Hz), 8. 34 (1H, dd, J=11.4, 2.8Hz), 10. 39 (1H, s), 11. 76 (1H, brs).

例176:化合物番号176の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-ブチルー5-ニトロアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:15.3%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 0. 99 (3H, t, J=7. 3Hz), 1. 3 9-1. 51 (2H, m), 1. 59-1. 73 (2H, m), 2. 71-2. 7 9 (2H, m), 7. 03 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 41-7. 49 (3 H, m), 7. 92 (1H, s), 8. 07 (1H, dd, J=2. 3, 8. 4Hz), 8. 75 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 51 (1H, s).

例177:化合物番号177の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-[(1,1-ジメチル)プロピル] -2-ヒドロキシアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率:36.0%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 0. 70 (3H, t, J=7. 4Hz), 1. 2 8 (6H, s), 1. 63 (2H, q, J=7. 4Hz), 6. 97 (1H, d, J=6. 3Hz), 7. 00 (1H, d, J=6. 6Hz), 7. 08 (1H, s), 7. 14 (1H, dd, J=2. 5, 8. 6Hz), 7. 36 (1H, d, J=2. 2Hz), 7. 42 (1H, dd, J=2. 5, 8. 8Hz), 7. 57 (1H, d, J=2. 5Hz), 8. 28 (1H, s), 11. 44 (1H, s).

例178:化合物番号178の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-メトキシ-5-メチルアニリンを 用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:74.2%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 27 (3H, s), 3. 85 (3H, s), 6. 90 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 6. 98 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 05 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 47 (1H, dd, J=9. 0, 3. 0Hz), 7. 97 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 24 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 79 (1H, s), 12. 03 (1H, s).

例179:化合物番号179の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,5-ジフルオロアニリンを用いて 例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:81.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 98-7. 07 (1H, m), 7. 07 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 37-7. 49 (1H, m), 7. 52 (1H, dd, J=8. 7, 3. 0Hz), 7. 95 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 15-8. 22 (1H, m), 10. 83 (1H, s), 12. 25 (1H, s).

例180:化合物番号180の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3,5-ジフルオロアニリンを用いて 例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:82.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 00 (1H, tt, J=9. 3, 2. 1), 7. 03 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 47 (1H, dd, J=7. 5, 2. 7Hz), 7. 49 (1H, d, J=2. 7Hz), 7. 51 (1H, d, J=2. 1Hz), 7. 82 (1H, d, J=3. 0Hz), 10. 63 (1H, s), 11. 43 (1H, brs).

例181:化合物番号181の化合物の製造

原料として、3-ヒドロキシナフタレン-2-カルボン酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:44.3%

mp 254-255°C.

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 34-7. 39 (3H, m), 7. 49 -7. 54 (1H, m), 7. 76-7. 79 (1H, m), 7. 89 (2H, d, J=1. 8Hz), 7. 92 (1H, m), 8. 39 (1H, s), 10. 75 (1H, s), 11. 01 (1H, s).

例182:化合物番号182の化合物の製造

原料として、2-ヒドロキシナフタレン-1-カルボン酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:51.2%

mp 246-248°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 26 (1H, d, J=9. 3Hz), 7. 31-7. 37 (2H, m), 7. 44-7. 50 (1H, m), 7. 65-7. 68 (1H, m), 7. 85-7. 90 (4H, m), 10. 23 (1H, s), 10. 74 (1H, s).

例183:化合物番号183の化合物

本化合物は、市販化合物である。

販売元:Sigma-Aldrich社

カタログコード番号: S01361-8

例184:化合物番号184の化合物の製造。

原料として、5-クロロー2-ヒドロキシニコチン酸、及び3, 5-ビス [(1, 1-ジメチル) エチル] アニリンを用いて例75と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:59.1%

6. 09 (1H, s).

 $^{1}H-NMR$ (DMSO- d_{6}): δ 1. 29 (18H, s), 7. 18 (1H, t, J=1.8Hz), 7. 52 (2H. d, J=1.8Hz), 8. 07 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 35 (1H, d, J=3.3Hz), 11. 92 (1H, s), 13. 10 (1H, s).

例185:化合物番号185の化合物の製造

(1) $2-r \le J-4-[(1, 1-i) y \ne J)$ エチル] チアゾール 1-i ロモー3, 3-i メチルー2-i タノン $(5.03\,\mathrm{g}, 28.1\,\mathrm{mmol})$ 、 チオウレア $(2.35\,\mathrm{g}, 30.9\,\mathrm{mmol})$ 、エタノール $(30\,\mathrm{mL})$ の混合物 を $1.5\,\mathrm{hell}$ 加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (n-n+i):酢酸エチル= $2:1\rightarrow 1:1$)で精製して、標題化合物の黄白色粉末 $(3.99\,\mathrm{g}, 90.9\%)$ を得た。 1 H-NMR $(CDCl_3):\delta$ $1.26(9\,\mathrm{H}, \mathrm{s}), 4.96(2\,\mathrm{H}, \mathrm{brs}),$

以下の実施例において例185 (1) の方法が引用されている場合、反応溶媒と しては、エタノール等の溶媒を用いた。

(2) 2ーアセトキシー5ーブロモーNー $\{4-[(1, 1-ジメチル) エチル]$

チアゾールー2ーイル}ベンズアミド

原料として、2-アセトキシ-5-ブロモ安息香酸、及び2-アミノ-4-[(1, 1-ジメチル) エチル] チアゾールを用いて例75と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:59.4%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 31 (9H, s), 2. 44 (3H, s), 6. 60 (1H, s), 7. 13 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 68 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 17 (1H, d, J=2. 4Hz), 9. 72 (1H, brs).

[2-アセトキシー5-ブロモ安息香酸: 「ヨーロピアン・ジャーナル・オブ・メディシナル・ケミストリー (European Journal of Medicinal Chemistry)」,(フランス),<math>1996年,第31巻,p.861-874を参照し、原料として、5-ブロモサリチル酸、及び無水酢酸例を用いて34(1)と同様の操作を行って得た。後述する例244(1)と同様の操作を行って得た。]

(3) 5-ブロモーN- $\{4-$ [(1, 1-ジメチル) エチル] チアゾールー 2-イル $\}-2-$ ヒドロキシベンズアミド (化合物番号185)

2-アセトキシー5-ブロモーN- {4- [(1, 1-ジメチル) エチル] チアゾールー2ーイル} ベンズアミド (100.1mg, 0.25mmol) のテトラヒドロフラン (3mL) 溶液に、2規定水酸化ナトリウム (0.2ml) を加え、室温で20分間攪拌した。反応混合物を希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水で洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をイソプロピルエーテル/n-ヘキサンで結晶化して、標題化合物の白色粉末 (70.1mg, 78.9%) を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 30 (9H, s), 6. 80 (1H, b r s), 6. 95 (1H, b r s), 7. 57 (1H, b r s), 8. 06 (1H, d, J=2.4Hz), 11. 82 (1H, b r s), 13. 27 (1H, b r s).

例186:化合物番号186の化合物の製造

(1) 2-rセトキシー5-プロモーN- $\{5-$ プロモー4- [(1, 1-ジメチル) エチル] チアゾールー2-イル $\}$ ベンズアミド

 $2-アセトキシ-5-プロモーN-{4-[(1,1-ジメチル) エチル] チアゾールー2ーイル} ベンズアミド (例185 (2) の化合物; 0.20g, 0.5 0 mm o 1) のアセトニトリル (10 mL) 溶液に、<math>N-$ プロモコハク酸イミド (97.9 mg, 0.55 mm o 1) を加え、室温で1時間攪拌した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (n-ヘキサン: 酢酸エチル=3:1) で精製して、標題化合物を粗生成物として得た。

(2) 5-ブロモ-N- $\{5-$ ブロモ-4- [(1, 1-ジメチル) エチル] チア ゾール-2-イル $\}$ -2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号186) 原料として、2-アセトキシ-5-ブロモ-N- $\{5-$ ブロモ-4- [(1, 1-ジメチル) エチル] チアゾール-2-イル $\}$ ベンズアミドを用いて例2と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:90.9%(2工程)

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1. 42 (9H, s), 6. 99 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 61 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 8. 02 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 79 (1H, brs), 12. 00 (1H, brs).

例187:化合物番号187の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノ-5-ブロモー4-(トリフルオロメチル)チアゾールを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:22.4%

mp 215℃ (dec.).

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 00 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 61 (1H, dd, J=8.8, 2.8Hz), 7. 97 (1H, d, J=2.4Hz).

[2-アミノー5-ブロモー4-(トリフルオロメチル) チアゾール:「ジャーナル・オブ・ヘテロサイクリック・ケミストリー(Journal of Heterocyclic Chemistry)」, (米国), 1991年, 第28巻, p. 1017参照]

例188:化合物番号188の化合物の製造

(1) α - ブロモーピバロイルアセトニトリル

ピバロイルアセトニトリル(1.00g, 7.99mmol)の四塩化炭素(15mL)溶液に、N-プロモコハク酸イミド(1.42g, 7.99mmol)を加え、15分間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、不溶物を濾過して除去し、濾液を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=4:1)で精製して、標題化合物の黄褐色オイル(1.43g,87.9%)を得た。

 1 H-NMR(CDCl $_3$): δ 1.33 (9H, s), 5.10 (1H, s). 以下の実施例において例188 (1) の方法が引用されている場合、ブロモ化剤 としては、N-ブロモスクシンイミドを用いた。また、反応溶媒としては、四塩 化炭素等の溶媒を用いた。

(2) $2-アミノー5-シアノー4-[(1,1-ジメチル) エチル] チアゾール 原料として、<math>\alpha$ -ブロモーピバロイルアセトニトリル、及びチオウレアを用いて 例185(1) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:66.3%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 1. 41 (9H, s), 5. 32 (2H, s).

(3) $5-クロロ-N-\{5-シアノ-4-[(1,1-ジメチル) エチル] チア ゾール-2-イル <math>\}$ -2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号 188)

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び2 ーアミノー5 ーシアノー4ー [(1, 1 ージメチル) エチル] チアゾールを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:63.4%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 1. 43 (9H, s), 7. 06 (1H, d,

J=8.7Hz), 7. 51 (1H, dd, J=8.7, 3. 0Hz), 7. 85 (1H, d, J=2.7Hz), 12. 31 (2H, br).

例189:化合物番号189の化合物の製造

原料として、5-プロモサリチル酸、及び2-アミノー5-シアノー4- [(1, 1-ジメチル) エチル] チアゾール(例188 (2) の化合物)を用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:61.3%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1. 43 (9H, s), 7. 00 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 62 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 97 (1H, d, J=2. 7Hz), 11. 75 (1H, br), 12. 43 (1H, br).

例190:化合物番号190の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノ-5-メチルチアゾールを 用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:12.9%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 33 (3H, s), 6. 91 (1H, d, J=7. 6Hz), 7. 26 (1H, s), 7. 54 (1H, d, J=9. 6Hz), 8. 03 (1H, d, J=2. 8Hz).

例191:化合物番号191の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノ-4,5-ジメチルチアゾ ールを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:14.4%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 18 (3H, s), 2. 22 (3H, s), 6. 89 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 51 (1H, d, J=6.8Hz), 8. 02 (1H, d, J=2.8Hz), 13. 23 (1H, brs).

例192:化合物番号192の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノ-5-メチル-4-フェニ

ルチアゾールを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 27. 7%

mp 243-244°C.

¹H-NMR (CD₃OD): δ 2. 47 (3H, s), 6. 92 (1H, d, J = 8. 7Hz), 7. 36-7. 41 (1H, m), 7. 44-7. 50 (2H, m), 7. 53 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 7. 57-7. 61 (2H, m), 8. 16 (1H, d, J=2. 7Hz).

[2-アミノー5-メチルー4-フェニルチアゾール:「薬学雑誌:ジャーナル・オブ・ザ・ファーマシューティカル・ソサエティ・オブ・ジャパン(Yakugaku Zasshi: Journal of The Pharmaceutical Society of Japan)」, 1961年, 第81巻, p. 1456参照]

例193:化合物番号193の化合物の製造

原料として、(4-7)ルオロフェニル)アセトンを用いて例 $188(1) \sim (3)$ と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:28.8%(3工程)

- (1) α-ブロモー (4-フルオロフェニル) アセトン
 ¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 33 (3H, s), 5. 41 (1H, s),
 7. 07 (2H, t, J=8. 7Hz), 7. 43 (2H, dd, J=8. 7, 5. 1Hz).
- (2) $2-r \le J-4-J+N-5-(4-J)+D=1$ +rJ-N +rJ-
- (3) 5-プロモーN- [4-メチルー5-(4-フルオロフェニル) チアゾールー2-イル] -2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号193)

 ¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2.36(3H, s), 6.95(1H, d, J=8.4Hz), 7.33(2H, t, J=8.7Hz), 7.52-7.59

(3H, m), 8. 06 (1H, d, J=3. 0Hz), 12. 01-13. 65 (2H, br).

例194:化合物番号194の化合物の製造

原料として、3-(トリフルオロメチル)フェニルアセトンを用いて例188(1)

~ (3) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:39.8%(3工程)

(1) α - ブロモー 3 - (トリフルオロメチル) フェニルアセトン

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 2. 38 (3H, s), 5. 43 (1H, s), 7. 52 (1H, t, J=7. 8Hz), 7. 61-7. 66 (2H, m), 7. 69-7. 70 (1H, m).

(2) 2-アミノー4-メチル-5-[3-(トリフルオロメチル)フェニル] チアゾール

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 2. 32 (3H, s), 4. 95 (2H, s), 7. 46-7. 56 (3H, m), 7. 59-7. 61 (1H, m).

(3) 5-ブロモ-N- $\{4-$ メチル-5- [3-(トリフルオロメチル) フェニル] チアゾール-2-イル $\}$ -2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号194)

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 40 (3H, s), 6. 97 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 59 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 71 -7. 84 (4H, m), 8. 06 (1H, d, J=2. 4Hz), 12. 09 (1H, br), 12. 91-13. 63 (1H, br).

例195:化合物番号195の化合物の製造

原料として、2, $2-ジメチルー3-へキサノンを用いて例<math>188(1)\sim(3)$ と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:17.0%(3工程)

(2) $2-r \le J-4-[(1, 1-i) \ne J+n)$ $x \ne n$ J=7 SHz, 1. 3

2 (9H, s), 2. 79 (2H, q, J=7. 5Hz), 4. 63 (2H, brs).

例196:化合物番号196の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノ-4-エチル-5-フェニルチアゾールを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:17.4%

mp 224-225°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 24 (3H, t, J=7.6Hz), 2. 70 (2H, q, J=7.6Hz), 6. 95 (1H, brd, J=7.6 Hz), 7. 39-7. 42 (1H, m), 7. 45-7. 51 (4H, m), 7. 56 (1H, brd, J=8.0Hz), 8. 06 (1H, d, J=2.8Hz), 11. 98 (1H, brs).

例197:化合物番号197の化合物の製造

原料として、ベンジルイソプロピルケトンを用いて例 $188(1) \sim (3)$ と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 4. 4% (3工程)

(2) 2-アミノ-4-イソプロピル-5-フェニルチアゾール

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 23 (6H, d, J=6.6Hz), 3. 0 5 (1H, m), 4. 94 (2H, s), 7. 28-7. 41 (5H, m).

(3) 5ーブロモーNー(4ーイソプロピルー5ーフェニルチアゾールー2ーイル)ー2ーヒドロキシベンズアミド(化合物番号197)

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1. 26 (6H, d, J=6.0Hz), 3. 15 (1H, m), 6. 98 (1H, brs), 7. 43-7. 53 (5H, m), 7. 59 (1H, brs), 8. 08 (1H, d, J=2.7Hz), 11. 90 (1H, brd), 13. 33 (1H, brd).

例198:化合物番号198の化合物の製造

原料として、1-フェニル-2-ヘキサノンを用いて例188(1)~(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:52.6%(3工程)

(1) α-ブロモー1-フェニルー2-ヘキサノン

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 0. 85 (3H, t, J=7. 2Hz), 1. 1 9-1. 32 (2H, m), 1, 50-1. 60 (2H, m), 2. 59 (2H, td, J=7. 5, 3. 9Hz), 5. 44 (1H, s), 7. 34-7. 45 (5H, m).

(2) 2-アミノー4-ブチル-5-フェニルチアゾール

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 0. 89 (3H, t, J=7. 5Hz), 1. 2 8-1. 41 (2H, m), 1. 61-1. 71 (2H, m), 2. 56-2. 6 1 (2H, m), 4. 87 (2H, s), 7. 25-7. 40 (5H, m).

(3) 5ーブロモーNー(4ープチルー5ーフェニルチアゾールー2ーイル)ー 2ーヒドロキシベンズアミド(化合物番号198)

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 0. 85 (3H, t, J=7. 2Hz), 1. 23-1. 35 (2H, m), 1. 59-1. 69 (2H, m), 2. 70 (2H, t, J=7. 2Hz), 6. 96 (1H, d, J=6. 9Hz), 7. 39-7. 59 (6H, m), 8. 07 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 93 (1H, br), 13. 18-13. 59 (1H, br).

例1.99:化合物番号199の化合物の製造

(1) 4 - ブロモー 2, 2, 6, 6 - テトラメチルー 3, 5 - ヘプタンジオン [α - ブロモージピバロイルメタン]

2, 2, 6, 6-テトラメチルー3, 5-ヘプタンジオン(ジピバロイルメタン; 1.00g, 5.42mmol)の四塩化炭素(10mL)溶液に、N-ブロモコハク酸イミド(965.8mg, 5.42mmol)を加え、2時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、不溶物を濾過して除去し、濾液を減圧留去して、標題化合物の白色結晶(1.42g, 定量的)を得た。

 1 H-NMR(CDCl $_3$): δ 1.27(18H, s), 5.67(1H, s). 以下の実施例において例199(1)の方法が引用されている場合、ブロモ化剤としては、N-ブロモコハク酸イミドを用いた。また、反応溶媒としては、四塩化炭素等の溶媒を用いた。

(2) 2-アミノー4- [(1, 1-ジメチル) エチル] -5- [(2, 2-ジメチル) プロピオニル] チアゾール

4-プロモー 2 、 2 、 6 、 6-テトラメチルー 3 、 5-ヘプタンジオン ($\alpha-$ プロモージピバロイルメタン ; 1 、 42 g 、 5 . 40 mm o 1)、チオウレア (45 1 . 8 m g , 5 . 94 m m o 1)、エタノール(15 m L)の混合物を 2 時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をジクロロメタン / n-ヘキサンで結晶化して、標題化合物の白色結晶(1 . 23 g ,94 . 5 %)を得た。 1 H - NMR($CDCl_3$): δ 1 . 26 (9 H , s) , 1 . 29 (9 H , s), 5 . 0 3 (2 H , s) .

(3) 5-クロローN- {4-[(1, 1-ジメチル) エチル] -5-[(2, 2 ージメチル) プロピオニル] チアゾール-2-イル} -2-ヒドロキシベンズア ミド(化合物番号199)

1;

5-クロロサリチル酸 (143.6 mg, 0.83 mm o 1)、2-アミノ-4-[(1,1-ジメチル) エチル] エチル-5-[(2,2-ジメチル) プロピオニル] チアゾール (200.0 mg, 0.83 mm o 1)、三塩化リン (40 μ L、0.46 mm o 1)、クロロベンゼン (4 m L) の混合物を3時間加熱還流した。

反応混合物を室温まで冷却後、溶媒を減圧濃縮して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (n-ヘキサン:酢酸エチル=3:1) で精製して、標題化合物の白色粉末 (159.1mg,48.4%) を得た。

 1 H-NMR(CDCl₃): δ 1. 33(9H, s), 1. 35(9H, s), 6. 99 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 43 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 7. 70 (1H, d, J=2. 7Hz), 10. 52 (2H, br). 以下の実施例において例199(3)の方法が引用されている場合、酸ハロゲン化剤としては、三塩化リンを用いた。また、反応溶媒としては、モノクロロベンゼン、トルエン等の溶媒を用いた。

例200:化合物番号200の化合物の製造

原料として、5-クロローN- $\{4-[(1,1-$ ジメチル) エチル] -5-[(2,2-ジメチル) プロピオニル] チアゾールー2-イル $\}-2-$ ヒドロキシベンズアミド (化合物番号199)、及びアセチルクロリドを用いて例5と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:65.3%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 32 (9H, s), 1. 33 (9H, s), 2. 46 (3H, s), 7. 22 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 56 (1H, d d, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 05 (1H, d, J=2. 7Hz), 9. 8 2 (1H, brs).

例201:化合物番号201の化合物の製造

原料として、5-プロモサリチル酸、及び2-アミノー4-[(1,1-ジメチル) エチル] -5-[(2,2-ジメチル) プロピオニル] チアゾール(例 199(2) の化合物)を用いて例 199(3) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:23.8%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 33 (9H, s), 1. 35 (9H, s), 6. 94 (1H, d, J=8, 7Hz), 7. 55 (1H, dd, J=8. 7, 2. 1Hz), 7. 85 (1H, d, J=2. 1Hz), 10. 51 (2H, br).

例202:化合物番号202の化合物の製造

原料として、ピバロイル酢酸 エチルエステルを用いて例199(1)~(3) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:45.7%(3工程)

(1) αーブロモーピバロイル酢酸 エチルエステル

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 28 (9H, s), 1. 29 (3H, t, J = 7. 2Hz), 4. 26 (2H, q, J=7. 2Hz), 5. 24 (1H, s).

(2) 2-アミノ-4-[(1, 1-ジメチル) エチル] チアゾール-5-カルボン酸 エチルエステル

 1 H-NMR (CDCl₃): δ 1. 32 (3H, t, J=7. 2Hz), 1. 4 3 (9H, s), 4. 24 (2H, q, J=7. 2Hz), 5. 18 (2H, s). (3) 2-(5- \vec{z} 0=t=2-t= \vec{z} 0= \vec{z} 0.

ジメチル) エチル] チアゾール-5-カルボン酸 エチルエステル (化合物番号 202)

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 30 (3H, t, J=7. 2Hz), 1. 44 (9H, s), 4. 27 (2H, q, J=6. 9Hz), 7. 00 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 63 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 8. 02 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 80 (1H, br), 12. 12 (1H, br).

例203:化合物番号203の化合物の製造

原料として、2-(5-ブロモ-2-ヒドロキシベンゾイル)アミノ-4-[(1,1-ジメチル) エチル] チアゾール-5-カルボン酸 エチルエステル (化合物番号202) を用いて例36と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:85.5%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO- d_{6}): δ 1. 44 (9H, s), 7. 00 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 62 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 8. 02 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 83 (1H, brs), 12. 04 (1H,

brs), 12. 98 (1H, brs).

例204:化合物番号204の化合物の製造

(1) 2-アミノ-5-ブロモー4-[(1,1-ジメチル) エチル] チアゾール 2-アミノー4-[(1,1-ジメチル) エチル] チアゾール (例185 (1) の 化合物; 0.87g,5.6 mmol) の四塩化炭素 (9 mL) 溶液に、N-ブロモコハク酸イミド (1.00g,5.6 mmol) を加え、室温で1時間攪拌した。反応混合物にヘキサンを加え、不溶物を濾過して除去し、濾液を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (<math>n-ヘキサン:酢酸エチル=2:1) で精製して、標題化合物の黄灰色粉末 (1.23g,93.7%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 1. 39 (9H, s), 4. 81 (2H, brs).

(2) 2ーアミノー4ー [(1, 1ージメチル) エチル] ー5ーピペリジノチアゾ ール

2ーアミノー5ーブロモー4ー [(1, 1ージメチル) エチル] チアゾール (0. 10g, 0. 42mmol)、ピペリジン (0. 1mL)、炭酸カリウム (0. 20g)、アセトニトリル (4mL) の混合物を 3時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (nーヘキサン:酢酸エチル=2:1)で精製して、標題化合物の黄色結晶 (80.7mg, 79.3%)を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 32 (9H, s), 1. 64 (4H, t, J = 5. 7Hz), 1. 71-1. 77 (2H, m), 2. 35 (2H, brs), 2. 99 (2H, brs), 4. 68 (2H, s).

以下の実施例において例204(2)の製造法が引用されている場合、塩基としては、炭酸ナトリウム等の塩基を用いた。また、反応溶媒としては、アセトニトリル等の溶媒を用いた。

(3) 2-アセトキシー5-ブロモ-N- {4- [(1, 1-ジメチル) エチル]

-5-ピペリジノチアゾール-2-イル}ベンズアミド

アルゴン雰囲気下、2-アセトキシ-5-プロモ安息香酸(90.3 mg,0.35 mmol)、<math>2-アミノ-4-[(1,1-i)メチル)エチル] -5-ピペリジノチアゾール(80.7 mg,0.34 mmol)、ピリジン(<math>0.1 mL)、テトラヒドロフラン(3 mL)の混合物にオキシ塩化リン($46 \mu L,0.50 mmol$)を加え、室温で2時間攪拌した。反応混合物を2規定塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=3:1)で精製して、標題化合物の粗生成物(84.3 mg)を得た。

以下の実施例において例204(3)の製造法が引用されている場合、酸ハロゲン化剤としては、オキシ塩化リンを用いた。塩基としては、ピリジンを用いた。 また、反応溶媒としては、ジクロロメタン、テトラヒドロフラン等の溶媒を用いた。

(4) 5-ブロモーNー {4- [(1, 1-ジメチル) エチル] -5-ピペリジノチアゾールー2ーイル} -2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号204) 2-アセトキシー5-ブロモーNー {4- [(1, 1-ジメチル) エチル] -5-ピペリジノチアゾールー2ーイル} ベンズアミド(粗生成物, 84.3 mg) のエタノール(3 mL) 溶液に、2規定水酸化ナトリウム溶液(0.1 mL) を加え、室温で1時間攪拌した。反応混合物を2規定塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(nーヘキサン:酢酸エチル=4:1) で精製して、標題化合物の白色粉末(54.1 mg, 36.3%;2工程)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 1. 41 (9H, s), 1. 56 (2H, brs), 1. 67-1. 74 (4H, m), 2. 79 (4H, brs), 6. 85 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 45 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 8.

06 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 70 (2H, br).

以下の実施例において例204(4)の製造法が引用されている場合、塩基としては、水酸化ナトリウム、炭酸カリウム等の無機塩基を用いた。また、反応溶媒としては、水、メタノール、エタノール、テトラヒドロフラン等の溶媒を単独若しくは混合して用いた。

例205:化合物番号205の化合物の製造

原料として、2-アミノ-5-ブロモ-4-[(1,1-ジメチル) エチル] チア ゾール (例 <math>204(1) の化合物)、及びモルホリンを用いて例 $204(2)\sim(4)$ と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:17.1%

(2) 2-アミノー4- [(1, 1-ジメチル) エチル] -5-モルホリノチアゾ ール

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1.33 (9H, s), 2.76 (4H, brs), 3.79 (4H, brs), 4.66 (2H, s).

(3) 2-rセトキシー5-ブロモーN- $\{4-$ [(1, 1-ジメチル) エチル] -5-モルホリノチアゾールー2-イル $\}$ ベンズアミド

粗生成物のまま次反応に用いた。

(4) 5ープロモーNー {4ー [(1, 1ージメチル) エチル] ー 5ーモルホリノチアゾールー2ーイル} ー2ーヒドロキシベンズアミド (化合物番号205) ¹HーNMR (CDCl₃): δ 1. 24 (9H, s), 2. 89 (4H, dd, J=4. 8, 4. 2Hz), 3. 83 (4H, dd, J=4. 5, 4. 2Hz), 6. 89 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 49 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 7. 98 (1H, d, J=2. 1Hz), 11. 20 (2H, br). 例206: 化合物番号206の化合物の製造

原料として、2-アミノ-5-プロモー4-[(1,1-ジメチル) エチル] チア ゾール (例 <math>204(1) の化合物)、及び4-メチルピペラジンを用いて例 204(2) ~ (4) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 6.9%

(2) 2-アミノー4-[(1, 1-ジメチル) エチル] -5-(4-メチルピペラジン-1-イル) チアゾール

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1. 25 (9H, s), 2. 12 (2H, b r s), 2. 19 (3H, s), 2. 57 (2H, b r s), 2. 72 (4H, b r s), 6. 51 (2H, s).

(3) 2-アセトキシーN- {4- [(1, 1-ジメチル) エチル] -5- (4-メチルピペラジン-1-イル) チアゾール-2-イル} ベンズアミド 粗生成物のまま次反応に用いた。

(4) 5-ブロモーN- $\{4-$ [(1, 1-ジメチル) エチル]-5- (4-メチルピペラジン-1-イル) チアゾール-2-イル $\}-$ 2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号 206)

 $^{1}H-NMR$ (CD₃OD): δ 1. 41 (9H, s), 2. 55 (3H, s), 2. 87 (4H, brs), 3. 03 (4H, brs), 6. 88 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 49 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 8. 11 (1H, d, J=2. 7Hz).

例207:化合物番号207の化合物の製造

原料として、2-アミノ-5-ブロモ-4-[(1,1-ジメチル) エチル] チア ゾール (例 <math>204(1) の化合物)、及び $4-フェニルピペラジンを用いて例 <math>204(2)\sim(4)$ と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:6.9%

(2) 2-アミノー4-[(1, 1-ジメチル) エチル] -5-(4-フェニルピペラジン-1-イル) チアゾール

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 1. 34 (9H, s), 2. 80 (2H, brs), 3. 03 (4H, brs), 3. 55 (2H, brs), 4. 69 (2H, s), 6. 88 (1H, tt, J=7. 2, 1. 2Hz), 6. 95 (2H, dd, J=9. 0, 1. 2Hz), 7. 28 (2H, dd, J=8. 7, 7. 2Hz).

(3) 2-rセトキシー5-rプロモー $N-\{4-[(1, 1-r) + r)\}$ エチルN-5-(4-r) エチルN-5-(4-r) ベンズアミド

粗生成物のまま次反応に用いた。

(4) 5ーブロモーNー {4ー [(1, 1ージメチル) エチル] ー5ー (4ーフェ ニルピペラジンー1ーイル) チアゾールー2ーイル} ー2ーヒドロキシベンズアミド(化合物番号207)

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1. 39 (9H, s), 2. 97 (4H, s), 3. 30 (4H, s), 6. 82 (1H, t, J=7. 5Hz), 6. 97 (2H, brs), 6. 99 (2H, t, J=7. 5Hz), 7. 58 (1H, brs), 8. 05 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 69 (1H, brs), 11. 82 (1H, brs).

例208:化合物番号208の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノ-4-フェニルチアゾール を用いて例199(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:16.0%

mp 239℃ (dec.).

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 02 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 34 (1H, t, J=7.6Hz), 7. 44 (2H, t, J=7.6Hz), 7. 62 (1H, dd, J=8.4, 2.8Hz), 7. 67 (1H, s), 7. 92 (2H, d, J=7.2Hz), 8. 08 (1H, d, J=2.8Hz), 1 1. 88 (1H, brs), 12. 05 (1H, brs).

例209:化合物番号209の化合物の製造

原料として、5ーブロモサリチル酸、及び2ーアミノー4ーフェニルチアゾール -5ー酢酸 メチルエステルを用いて例199(3)と同様の操作を行い、標題 化合物を得た。

収率:32.1%

mp 288. 5-229. 5°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 66 (3H, s), 3. 95 (2H, s), 6. 99 (1H, d, J=8. 0Hz), 7. 42 (1H, d, J=6. 0Hz), 7. 48 (2H, brt, J=7. 6Hz), 7. 56-7. 61 (3H, m), 8. 07 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 85 (1H, brs), 11. 9 8 (1H, brs).

例210:化合物番号210の化合物の製造

{2-[(5-ブロモー2-ヒドロキシベンゾイル)アミノ]ー4-フェニルチアゾールー5ーイル}酢酸 メチルエステル (化合物番号209;75mg,0.17mmol)のメタノール (5mL)溶液に、2規定水酸化ナトリウム (0.5mL,1mmol)を加え、室温で12時間攪拌した。反応混合物を2規定塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をnーヘキサン/酢酸エチルで懸濁洗浄して、標題化合物の淡黄白色結晶(56mg,77.3%)を得た。

mp 284-286°C.

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 84 (2H, s), 6. 98 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 42 (1H, d, J=6. 8Hz), 7. 49 (2H, t, J=7. 6Hz), 7. 58-7. 61 (3H, m), 8. 07 (1H, d, J=2. 8Hz), 12. 25 (1H, brs).

例211:化合物番号211の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノ-4,5-ジフェニルチア ゾールを用いて例199(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 25.9%

mp 262-263°C.

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 02 (1H, d, J=8. 1Hz), 7. 34-7. 47 (10H, m), 7. 63 (1H, d, J=6. 9Hz), 8.

08 (1H, d, J = 2.4 Hz), 11.88 (1H, brs), 12.08 (1H, brs).

[2-アミノー4, 5-ジフェニルチアゾール:「日本化学雑誌 (Nihon Kagaku Zasshi)」, 1962年, 第83巻, p. 209参照]

例212:化合物番号212の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノ-4-ベンジル-5-フェニルチアゾールを用いて例199(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:28.1%

mp 198-200°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 4. 08 (2H, s), 6. 95 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 15-7. 22 (3H, m), 7. 30 (2H, t, J=7. 6Hz), 7. 38-7. 43 (1H, m), 7. 47 (4H, d, J=4. 4Hz), 7. 57 (1H, brd, J=8. 8Hz), 8. 05 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 98 (1H, brs).

[2-アミノー4ーベンジルー5-フェニルチアゾール:「ケミカル・アンド・ファーマシューティカル・ブレティン (Chemical & Pharmaceutical Bulletin)」, 1962年, 第10巻, p. 376参照]

例213:化合物番号213の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノ-5-フェニル-4-(トリフルオロメチル)チアゾールを用いて例199(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:33.2%

mp 250° C (dec.). 1 H-NMR (DMSO- d_{6}): δ 7. 02 (1 H, d, J=8.8Hz), 7. 51 (5H, s), 7. 63 (1H, dd, J=8.8, 2.4Hz), 8. 02 (1H, d, J=2.8Hz), 12. 38 (1 H, brs).

例214:化合物番号214の化合物の製造

原料として、1-フェニル-1, 3-ブタンジオンを用いて例199(1)~(3) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:8.9%(3工程)

(1) αープロモー1ーフェニルー1, 3ープタンジオン

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 2. 46 (3H, s), 5. 62 (1H, s), 7. 48-7. 54 (2H, m), 7. 64 (1H, tt, J=7. 5, 2. 1Hz), 7. 97-8. 01 (2H, m).

(2) 2-アミノー5-アセチルー4-フェニルチアゾール

 $^{1}H-NMR$ (DMSO- d_{6}): δ 2. 18 (3H, s), 7. 50-7. 55 (2H, m), 7. 59-7. 68 (3H, m), 8. 69 (2H, brs).

(3) 5-ブロモーN-(5-アセチルー4-フェニルチアゾールー2ーイル)-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号214)

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 44 (3H, s), 6. 99 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 55-7. 71 (4H, m), 7. 76-7. 80 (2H, m), 8. 01 (1H, d, J=2.4Hz), 12. 36 (2H, br).

例215:化合物番号215の化合物の製造

収率:49.7%

Landon and Lane and the party of the second

(1) α -プロモー1, 3-ジフェニルー1, 3-プロパンジオン 1 H-NMR (CDCl₃): δ 6. 55 (1H, s), 7. 45-7. 50 (4H, m), 7. 61 (2H, tt, J=7. 2, 2. 1Hz), 7. 98-8. 01 (4H, m).

(2) 2-アミノー5-ベンゾイルー4-フェニルチアゾール

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 04-7. 18 (5H, m), 7. 22 -7. 32 (3H, m), 7. 35-7. 38 (2H, m), 8. 02 (2H, s).

(3) 5 - ブロモーN - (5 - ベンゾイルー 4 - フェニルチアゾールー 2 - イル)

-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号215)

 1 H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 0 3 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 17-7. 30 (5H, m), 7. 39-7. 47 (3H, m), 7. 57-7. 60 (2H, m), 7. 64 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 8. 05 (1H, d, J=2.4Hz), 11. 82 (1H, brs), 12. 35 (1H, brs).

例216:化合物番号216の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノ-4-フェニルチアゾール -5-カルボン酸 エチルエステルを用いて例199(3)と同様の操作を行い、 標題化合物を得た。

収率:28.6%

mp 197-199°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 21 (3H, t, J=6.8Hz), 4. 20 (2H, q, J=6.8Hz), 7. 01 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 43-7. 48 (3H, m), 7. 63 (1H, dd, J=8.8, 2.4 Hz), 7. 70-7. 72 (2H, m), 8. 04 (1H, d, J=2.4Hz), 12. 33 (1H, brs).

例217:化合物番号217の化合物の製造

2-(5-ブロモ-2-ヒドロキシベンゾイル) アミノ-4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸 エチルエステル(化合物番号216)を用いて例36と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:67.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 00 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 42-7. 44 (3H, m), 7. 62 (1H, dd, J=8.8, 2.4Hz), 7. 70-7. 72 (2H, m), 8. 04 (1H, d, J=2.4Hz), 12. 31 (1H, brs), 12. 99 (1H, brs).

例218:化合物番号218の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-4-フェニルチアゾール -5-カルボン酸 エチルエステルを用いて例199(3)と同様の操作を行い、 標題化合物を得た。

収率:69.4%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1. 22 (3H, t, J=7.5Hz), 4. 21 (2H, q, J=7.5Hz), 7. 07 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 43-7. 47 (3H, m), 7. 53 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7. 70-7. 74 (2H, m), 7. 92 (1H, d, J=3.0Hz), 11. 88 (1H, br), 12. 29 (1H, brs).

例219:化合物番号219の化合物の製造

原料として、ペンタフルオロベンゾイル酢酸エチルエステルを用いて例199

(1)~(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:40.0%(3工程)

- (1) α ブロモーペンタフルオロベンゾイル酢酸 エチルエステル 粗成生物のまま次反応に用いた。
- (2) 2-アミノー4-(ペンタフルオロフェニル) チアゾール-5-カルボン 酸 エチルエステル

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 1. 23 (3H, t, J=7. 2Hz), 4. 2 1 (2H, q, J=7. 2Hz), 5. 41 (2H, s).

(3) 2-(5-プロモー2-ヒドロキシベンゾイル) アミノー4ー(ペンタフルオロフェニル)チアゾールー5ーカルボン酸 エチル(化合物番号219) 1 H-NMR(DMSO-d₆): δ 1. 20 (3H, t, J=7. 2Hz), 2. 51 (2H, q, J=7. 2Hz), 7. 02 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 64 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 90 (1H, d, J=3. 0Hz), 11. 92 (1H, br), 12. 58 (1H, br).

例220:化合物番号220の化合物の製造

2- (5-ブロモー2-ヒドロキシベンゾイル) アミノー4-フェニルチアゾー

ルー5ーカルボン酸 (化合物番号217;0.20g,0.48mmol)、メチルアミン 40%メタノール溶液 (0.2ml)、1ーヒドロキシベンゾトリアゾール 水和物 (96.7mg、0.72mmol)、WSC・HCl (137.2mg,0.72mmol)、テトラヒドロフラン (15mL) の混合物を室温で18時間攪拌した。反応混合物を2規定塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (nーヘキサン:酢酸エチル=1:2)で精製、ジクロロメタン/nーヘキサンで結晶化して、標題化合物の白色粉末 (87.9mg,42.6%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 70 (3H, d, J=4.5Hz), 7. 02 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 40-7. 48 (3H, m), 7. 63 (1H, dd, J=9.0, 2.4Hz), 7. 68-7. 71 (2H, m), 8. 06 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 16 (1H, t, J=4.5Hz), 1 1. 88 (1H, br), 12. 15 (1H, brs).

以下の実施例において例220の方法が引用されている場合、脱水縮合剤としては、WSC・HC1、及び1-ヒドロキシベンゾトリアゾール水和物を用いた。また、反応溶媒としては、テトラヒドロフラン等の溶媒を用いた。

例221:化合物番号221の化合物の製造

原料として、2-(5-ブロモ-2-ヒドロキシベンゾイル)アミノー4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸(化合物番号217)、及びエチルアミンの70%水溶液を用いて例220と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:62.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 05 (3H, t, J=6.9Hz), 3. 15-3. 24 (2H, m), 7. 02 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 40 -7. 47 (3H, m), 7. 63 (1H, dd, J=8.7, 3.0Hz), 7. 69-7. 72 (2H, m), 8. 06 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 20 (1H, t, J=5.4Hz), 11. 84 (1H, br), 12. 14 (1H,

brs).

例222:化合物番号222の化合物の製造

原料として、2-(5-ブロモ-2-ヒドロキシベンゾイル)アミノ-4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸(化合物番号217)、及びイソプロピルアミンを用いて例220と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 23.9%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1. 07 (6H, d, J=6.3Hz), 4. 02 (1H, m), 7. 02 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 40-7. 52 (3H, m), 7. 64 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 69-7. 73 (2H, m), 8. 06 (1H, d, J=2.7Hz), 11. 89 (1H, br), 12. 14 (1H, brs).

例223:化合物番号223の化合物の製造

原料として、2-(5-ブロモ-2-ヒドロキシベンゾイル)アミノ-4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸(化合物番号217)、及び2-フェネチルアミンを用いて例220と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:62.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 78 (2H, t, J=7.5Hz), 3. 43 (2H, q, J=7.5Hz), 7. 02 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 19-7. 24 (3H, m), 7. 27-7. 33 (2H, m), 7. 39-7. 41 (3H, m), 7. 61-7. 65 (3H, m), 8. 06 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 25 (1H, t, J=6.0Hz), 11. 85 (1H, brs), 12. 15 (1H, brs).

例224:化合物番号224の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノ-4-(トリフルオロメチル)チアゾール-5-カルボン酸 エチルエステルを用いて例199(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:88.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 32 (3H, t, J=7. 2Hz), 4. 33 (2H, q, J=7. 2Hz), 7. 01 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 63 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 98 (1H, d, J=2. 4

例225:化合物番号225の化合物の製造

Hz), 12. 64 (1H, br).

原料として、4-ヒドロキシビフェニル-3-カルボン酸、及び2-アミノ-4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸 エチルエステルを用いて例199(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:61.7%

mp 207-208°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 23 (3H, t, J=7. 2Hz), 4. 22 (2H, q, J=7. 2Hz), 7. 16 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 36 (1H, t, J=7. 5Hz), 7. 45-7. 50 (5H, m), 7. 69 -7. 76 (4H, m), 7. 85 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 31 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 73 (1H, brs), 12. 60 (1H, brs).

[4-ヒドロキシビフェニル-3-カルボン酸:「テトラヘドロン(Tetrahedron)」, (米国), 1997年, 第53巻, p. 11437参照]

例226:化合物番号226の化合物の製造

原料として、(4'-フルオロ-4-ヒドロキシビフェニル) -3-カルボン酸及び2-アミノ-4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸 エチルエステルを用いて例199(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:62.7%

mp 237-238℃.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 22 (3H, t, J=7. 2Hz), 4. 21 (2H, q, J=7. 2Hz), 7. 13 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 28 (2H, t, J=8. 8Hz), 7. 44-7. 45 (3H, m), 7.

71-7. 75 (4H, m), 7.81 (1H, dd, J=8.8, 2.4Hz), 8.27 (1H, d, J=2.4Hz), 11.67 (1H, brs), 12.5 8 (1H, brs).

[(4'-フルオロー4ーヒドロキシビフェニル) -3-カルボン酸:「テトラヘドロン (Tetrahedron)」, 1997年, 第53巻, p. 11437参照]

例227:化合物番号227の化合物の製造

原料として、(2', 4' -ジフルオロー4-ヒドロキシビフェニル) -3-カルボン酸及び2-アミノー4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸 エチルエステルを用いて例199(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:45.6%

mp 206-207°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 22 (3H, t, J=7. 2Hz), 4. 22 (2H, q, J=7, 2Hz), 7. 17 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 21 (1H, td, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 38 (1H, ddd, J=11. 7, 9. 3, 2. 4Hz), 7. 44-7. 46 (3H, m), 7. 6 0-7. 75 (4H, m), 8. 13-8. 14 (1H, m), 11. 86 (1H, brs), 12. 46 (1H, brs).

例228:化合物番号228の化合物の製造

(1) [4-ヒドロキシー4'-(トリフルオロメチル) ビフェニル] -3-カル ボン酸

5ーブロモサリチル酸(500 mg, 2.30 mmol)、ジヒドロキシー4ー (トリフルオロメチル)フェニルボラン(488mg, 2.57mmol)、酢酸パラジウム(10mg, 0.040mmol)及び1mol/L炭酸ナトリウム水溶液(7mL)の混合物を80℃で1時間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却後、2規定塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣を、定法に従い、トリメチルシリルジアゾメタン及びメタノールによりメチルエステ

ル化し、次いでシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-n+y):酢酸エチル=5:1)で精製して、無色液体(563mg)を得た。この液体のメタノール(10mL)溶液に、2規定水酸化ナトリウム(<math>3mL)を加え、60℃で1時間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却後、2規定塩酸にあけ酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣を<math>n-n+y)がクロルメタンで懸濁洗浄して、標題化合物の白色結晶(458mg, 70.4%)を得た。

mp 185℃ (dec.).

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 09 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 77 (2H, d, J=8.0Hz), 7. 85 (2H, d, J=8.0Hz), 7. 90 (1H, dd, J=8.8, 2.0Hz), 8. 10 (1H, d, J=2.4Hz), 11.80 (1H, brs).

(2) 2-{[4-ヒドロキシー4'-(トリフルオロメチル)ビフェニル]-3 -カルボニル}アミノー4-フェニルチアゾールー5-カルボン酸 エチルエス テル(化合物番号228)

原料として、[4-ヒドロキシー4'-(トリフルオロメチル) ビフェニル]-3 -カルボン酸及び2-アミノー4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸 エチルエステルを用いて例199(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:41.7%

mp $236-237^{\circ}$ C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 22 (3H, t, J=7. 2Hz), 4. 21 (2H, q, J=7. 2Hz), 7. 18 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 44-7. 45 (3H, m), 7. 72-7. 74 (2H, m), 7. 81 (2 H, d, J=8. 4Hz), 7. 91 (1H, dd, J=8. 8, 2. 4Hz), 7. 93 (2H, d, J=8.4Hz), 8. 36 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 78 (1H, brs), 12. 62 (1H, brs).

例229:化合物番号229の化合物の製造

原料として、2-ヒドロキシ-5-(1-ピロリル)安息香酸、及び2-アミノ -4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸 エチルエステルを用いて例199 (3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:55.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 22 (3H, t, J=7.2Hz), 4. 22 (2H, q, J=7.2Hz), 6. 26 (2H, t, J=2.1Hz), 7. 13 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 32 (2H, t, J=2.1Hz), 7. 43-7. 47 (3H, m), 7. 70-7. 75 (3H, m), 8. 09 (1H, d, J=2.7Hz), 11. 58 (1H, brs), 12. 55 (1H, brs). 例230: 化合物番号230の化合物の製造

(1) 2-ヒドロキシ-5-(2-チエニル) 安息香酸

5-ブロモサリチル酸(500mg, 2. 30mmol)、の1, 2-ジメトキシ エタン(5 m L)溶液に、アルゴン雰囲気下、テトラキス (トリフェニルホスフィ ン) パラジウム(80mg, 0.07mmol)を加え、室温で10分間攪拌した。 次いで、ジヒドロキシー2ーチエニルボラン(324mg, 2. 53mmol)及 び1mol/L炭酸ナトリウム水溶液(7mL)を加え、2時間加熱還流した。反 応混合物を室温まで冷却後、2規定塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エ チル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧 留去して得られた残渣を、定法に従い、トリメチルシリルジアゾメタン及びメタ ノールによりメチルエステル化し、次いで、シリカゲルカラムクロマトグラフィ ー (n - ヘキサン: 酢酸エチル=5:1) で精製して、黄色液体(2 7 7 m g) を得た。この液体のメタノール(5mL)溶液に、2規定水酸化ナトリウム(1.5 mL)を加え、60℃で1時間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却後、2規定塩 酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、 無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をn-ヘキサ ン/ジクロルメタンで晶析して、標題化合物の白色結晶(58mg, 11.5%) を得た。

 $^{1}H-NMR(DMSO-d_{6}): \delta$ 6. 95(1H, d, J=8.8Hz), 7. 0 9(1H, dd, J=4.8, 3.6Hz), 7. 37(1H, dd, J=4.0, 1. 2Hz), 7. 45(1H, dd, J=5.2, 1.2Hz), 7. 74(1H, dd, J=8.8, 2.8Hz), 7. 96(1H, d, J=2.8Hz).

(2) 2- [2-ヒドロキシ-5-(2-チエニル) ベンゾイル] アミノー4-フェニルチアゾールー5-カルボン酸 エチルエステル (化合物番号230) 原料として、2-ヒドロキシ-5-(2-チエニル) 安息香酸、及び2-アミノー4-フェニルチアゾールー5-カルボン酸 エチルエステルを用いて例199 (3) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:58.2%

mp 213-214°C.

 $^{1}H-NMR(DMSO-d_{6}): \delta$ 1. 22(3H, t, J=7. 2Hz9, 4. 2 1(2H, q, J=7. 2Hz), 7. 10(1H, d, J=9. 2Hz), 7. 12(1 H, dd, J=4. 8, 3. 6Hz), 7. 44-7. 46(4H, m), 7. 50 (1H, dd, J=4. 8, 1. 2Hz), 7. 71-7. 74(2H, m), 7. 7 9(1H, dd, J=8. 8, 2. 4Hz), 8. 21(1H, d, J=2. 4Hz), 11. 78(1H, brs), 12. 44(1H, brs).

例231:化合物番号231の化合物の製造

(1) 2ーアミノー4ー[3, 5ービス(トリフルオロメチル)フェニル]チアゾ ール

3', 5' - \forall Z + \forall Z + \forall Z + \forall Z + \forall Z +

酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水で洗浄、無水硫酸ナトリウムで 乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィ ー(n-ヘキサン:酢酸エチル=2:1)で精製、n-ヘキサンで懸濁洗浄して、 標題化合物の薄黄白色結晶(520.1mg,83.3%)を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 5. 03 (2H, s), 6. 93 (1H, s), 7. 77 (1H, s), 8. 23 (2H, s).

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 08 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 53 (1H, dd, J=9.0, 3.0Hz), 7. 94 (1H, d, J=3.0 Hz), 8. 07 (1H, s), 8. 29 (1H, s), 8. 60 (2H, s), 1 1. 77 (1H, s), 12. 23 (1H, s).

例232:化合物番号232の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-4,5,6,7-テトラヒドロベンゾ [b] チオフェン-3-カルボン酸 エチルエステルを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 49.6%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1. 32 (3H, t, J=7. 2Hz), 1. 74 (4H, br), 2. 63 (2H, br), 2. 75 (2H, br), 4. 30

(2H, q, J=7. 2Hz), 7. 05 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 5 0 (1H, dd, J=8. 7, 3. 0Hz), 7. 92 (1H, d, J=3. 0Hz), 12. 23 (1H, s), 13. 07 (1H, s).

例233:化合物番号233の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3-アミノ-5-フェニルピラゾール を用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:9.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 98 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 01 (1H, s), 7. 35 (1H, t, J=7.6Hz), 7. 46 (2H, t, J=7.6Hz), 7. 58 (1H, dd, J=8.8, 2.8Hz), 7. 74 -7. 76 (2H, m), 8. 19 (1H, s), 10.86 (1H, s), 12. 09 (1H, s), 13.00 (1H, brs).

例234:化合物番号234の化合物の製造

(1) 2-アミノー4, 5-ジエチルオキサゾール

プロピオイン (1.03g, 8.87mmol) のエタノール (15mL) 溶液に、シアナミド (0.75g, 17.7mmol)、ナトリウムエトキシド (1.21g, 17.7mmol)を加え、室温で3.5時間攪拌した。反応混合物を水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (ジクロロメタン:メタノール=9:1) で精製して、標題化合物の黄色アモルファス (369.2mg, 29.7%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1. 04 (3H, t, J=7.5Hz), 1. 06 (3H, t, J=7.5Hz), 2. 20 (2H, q, J=7.5Hz), 2. 43 (2H, q, J=7.5Hz), 6. 15 (2H, s).

(2) 2-アセトキシ-5-ブロモ-N-(4, 5-ジエチルオキサゾール2-イル) ベンズアミド

原料として、2-アセトキシー5-ブロモ安息香酸、及び2-アミノー4,5-

ジェチルオキサゾールを用いて例 5 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率: 2 2 . 0 %

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 1. 22 (3H, t, J=7.5Hz), 1. 2 3 (3H, t, J=7.5Hz), 2. 38 (3H, s), 2. 48 (2H, q, J=7.5Hz), 2. 57 (2H, q, J=7.5Hz), 6. 96 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 58 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 8. 32 (1H, s), 11. 40 (1H, br).

(3) 5-ブロモーN-(4, 5-ジエチルオキサゾール2-イル)-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号234)

原料として、2-アセトキシー5-プロモーN-(4,5-ジエチルオキサゾー N-2-N-1) ベンズアミドを用いて例 2 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:70.2%

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1. 25 (3H, t, J=7.5Hz), 1. 26 (3H, t, J=7.5Hz), 2. 52 (2H, q, J=7.5Hz), 2. 60 (2H, q, J=7.5Hz), 6. 84 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 43 (1H, dd, J=8.7, 3.0Hz), 8. 17 (1H, d, J=3.0 Hz), 11. 35 (1H, br), 12. 83 (1H, br).

例235:化合物番号235の化合物の製造

原料として、5 ーブロモサリチル酸、及び2 ーアミノー4, 5 ージフェニルオキ サゾールを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:32.6%

mp 188-189°C.

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 98 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 40-7. 49 (6H, m), 7. 53-7. 56 (2H, m), 7. 59-7. 63 (3H, m), 8. 01 (1H, d, J=2.4Hz), 11. 80 (2H, brs).

[2-アミノー4,5-ジフェニルオキサゾール:「ツォーナル・オルガニッシェスコイ・キミー:ロシアン・ジャーナル・オブ・オーガニック・ケミストリー(Zhournal Organicheskoi Khimii: Russian Journal of Organic Chemistry)」, (ロシア),1980年,第16巻,p. 2185参照]

例236:化合物番号236の化合物の製造

(1) 2-Tミノー4, 5-ビス(フランー2-イル)オキサゾール フロイン(0.50g, 2.60mmol)のエタノール(15ml)溶液に、シアナミド(218.8mg, 5.20mmol)、ナトリウムエトキシド(530.8mg, 7.80mmol)を加え、室温で2時間攪拌した。反応混合物を水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル= $1:1\rightarrow 1:2$)で精製して、標題化合物の黒褐色結晶(175.0mg, 31.1%)を得た。 1 H-NMR($DMSO-d_6$): $\delta6.59$ (1H, dd, J=3.3,2.

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 59 (1H, dd, J=3. 3, 2. 1Hz), 6. 62 (1H, dd, J=3. 3, 2. 1Hz), 6. 73 (1H, dd, J=3. 3, 0. 6Hz), 6. 80 (1H, dd, J=3. 3, 0. 9Hz), 7. 05 (2H, s), 7. 75-7. 76 (2H, m).

(2) 5-ブロモーN-[4, 5-ビス(フラン-2-イル) オキサゾール-2ーイル] -2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号236)

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノ-4,5-ビス(フラン-2-イル)オキサゾールを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率:12.9%

d, J = 1.8, 0.9 Hz), 7.92 (1H, d, J = 3.0 Hz), 14.88 (2H, br).

例237:化合物番号237の化合物の製造

(1) 2-rセトキシ-N-(5-トリフルオロメチル-1, 3, 4-チアジア ゾール-2-イル) ベンズアミド

原料として、O-アセチルサリチル酸クロリド、及び2-アミノ-5-トリフル オロメチル-1,3,4-チアジアゾールを用いて例1と同様の操作を行い、標 題化合物を得た。

収率:51.1%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 23 (3H, s), 7. 32 (1H, d d, J=8. 0, 1. 2Hz), 7. 45 (1H, t d, J=7. 6, 1. 2Hz), 7. 69 (1H, t d, J=8. 0, 2. 0Hz), 7. 87 (1H, d d, J=8. 0, 2. 0Hz), 13. 75 (1H, brs).

(2) 2-ヒドロキシーN-(5-トリフルオロメチル-1, 3, 4-チアジア ゾール-2-イル) ベンズアミド (化合物番号237)

原料として、2-アセトキシ-N-(5-トリフルオロメチル-1, 3, 4-チアジアゾール-2-イル)ベンズアミドを用いて例2と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:92.9%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 00 (1H, td, J=8. 0, 0. 8Hz), 7. 06 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 51 (1H, ddd, J=8. 4, 7. 6, 2. 0Hz), 7. 92 (1H, dd, J=8. 0, 1. 6Hz), 12. 16 (1H, br).

例238:化合物番号238の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノー5-トリフルオロメチル-1, 3, 4-チアジアゾールを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:80.2%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 7. 01 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 63 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 97 (1H, d, J=2.4Hz).

例239:化合物番号239の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-アミノピリジンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:23.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 02 (1H, d, J=9. 3Hz), 7. 42 (1H, ddd, J=9. 0, 4. 8, 0. 6Hz), 7. 47 (1H, dd, J=8. 7, 5. 7Hz), 7. 92 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 15 (1H, ddd, J=8. 4, 2. 4, 1. 5Hz), 8. 35 (1H, dd, J=7. 8, 1. 5Hz), 8. 86 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 70 (1H, s).

例240:化合物番号240の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び5 ーアミノー2 ークロロピリジンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:12.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 49 (1H, dd, J=9.0, 3.0Hz), 7. 54 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 88 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 21 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 8. 74 (1H, d, J=2.7Hz), 10.62 (1H, s), 11.57 (1H, s).

例241:化合物番号241の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-6-クロロ-4-メトキシピリミジンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 2. 2%、白色固体

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3.86 (3H, s), 6.85 (1H, s), 7.01 (1H, d, J=9.0Hz), 7.47 (1H, dd, J=9.0, 3.0Hz), 7.81 (1H, d, J=3.0Hz), 11.08 (1H, s), 11.65 (1H, s).

例242:化合物番号242の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-アミノキノリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 4. 3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 07 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 51 (1H, dd, J=9.0, 3.0Hz), 7. 61 (1H, dt, J=7.8, 1.2Hz), 7. 70 (1H, dt, J=7.8, 1.5Hz), 7. 98 (2H, d, J=3.0Hz), 8. 01 (1H, s), 8. 82 (1H, d, J=2.4Hz), 10. 80 (1H, s), 11. 74 (1H, s).

例243:化合物番号243の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-6-ブロモピリジンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:12.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 07 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 42 (1H, d, J=7. 8Hz), 7. 51 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 82 (1H, t, J=7. 5Hz), 7. 94 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 24 (1H, d, J=7. 8Hz), 10. 95 (1H, s), 11. 97 (1H, s).

例244:化合物番号244の化合物の製造

(1) 2-アセトキシ-5-クロロ安息香酸

5-クロロサリチル酸(13.35g,77mmol)、無水酢酸(20mL)の混合物に濃硫酸(0.08mL)をゆっくり滴下した。反応混合物が固化した後、 氷水にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫

酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をn-ヘキサンで懸 濁洗浄して、標題化合物の白色結晶(15.44g,93.0%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 25 (3H, s), 7. 27 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 72 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 89 (1H, d, J=2. 7Hz), 13. 47 (1H, s).

(2) 2-アセトキシ-5-クロローN-(ピリダジン-2-イル)ベンズアミド

原料として、2-アセトキシ-5-クロロ安息香酸、及び2-アミノピリダジンを用いて例204(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:19.7%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 2. 42 (3H, s), 7. 19 (1H, d, J = 8. 7Hz), 7. 54 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 8. 01 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 28 (1H, dd, J=2. 4, 1. 8Hz), 8. 42 (1H, d, J=2. 4Hz), 9. 09 (1H, s), 9. 66 (1H, d, J=1. 8Hz).

(3) 5-クロロー2-ヒドロキシーN- (ピリダジン-2-イル) ベンズアミド (化合物番号244)

原料として、2-アセトキシ-5-クロロ-N-(ピリダジン-2-イル)ベンズアミドを用いて例2と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:72.6%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 09 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 52 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 96 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 44-8. 47 (2H, m), 9. 49 (1H, s), 10. 99 (1H, s), 12. 04 (1H, s).

例245:化合物番号245の化合物の製造

原料として、5 ーブロモサリチル酸、及び2 ーアミノー5 ーブロモピリミジンを 用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:10.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6.98 (1H, d, J=8.8Hz), 7.59 (1H, dd, J=8.8, 2.4Hz), 8.00 (1H, d, J=2.8Hz), 8.86 (2H, s), 11.09 (1H, s), 11.79 (1H, s). 例246: 化合物番号246の化合物の製造

原料として、2-(5-ブロモ-2-ヒドロキシベンゾイル)アミノ-4-フェニルチアゾール5-カルボン酸(化合物番号217)、及びプロピルアミンを用いて例220と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:23.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 0.82 (3H, t, J=7.5Hz), 1.39-1.51 (2H, m), 3.13 (2H, q, J=6.6Hz), 7.02 (1H, d, J=9.0Hz), 7.40-7.48 (3H, m), 7.63 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7.68-7.72 (2H, m), 8.06 (1H, d, J=2.7Hz), 8.18 (1H, t, J=5.7Hz), 11.87 (1H, brs), 12.14 (1H, brs).

例247:化合物番号247の化合物の製造

5-スルフォサリチル酸(218mg, 1mmo1)、3, 5-ビス(トリフルオロメチル)アニリン(229mg, 1mmo1)、三塩化リン(88μ L, 1mmo1)、オルトーキシレン(5mL)の混合物を3時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=3:1)で精製して、標題化合物の白色固体(29mg, 9.2%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 15 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 65 (2H, s), 7. 73 (1H, s), 7. 81 (1H, s), 7. 82 (1H, dd, J=8.7, 2.5Hz), 8. 23 (1H, d, J=2.5Hz), 8. 38 (2H, s), 10. 87 (1H, s), 11. 15 (1H, brs).

例248:化合物番号248の化合物の製造

5-クロロサリチル酸($87\,mg$, $0.5\,mmo1$)、2,2-ビス(3-アミノ-4-メチルフェニル)-1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロプロパン($363\,mg$, $1\,mmo1$)、三塩化リン($44\,\mu$ L, $0.5\,mmo1$)、トルエン($4\,m$ L)の混合物を4時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=5:1)で精製して、標題化合物の白色($16\,mg$, 4.9%)を得た。(後述する例251、化合物番号251の化合物を副生成物として得た。)

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 34 (6H, s), 7. 04 (4H, d, J=8. 8Hz), 7. 39 (2H, d, J=8. 4Hz), 7. 48 (2H, d d, J=8. 8, 2. 9Hz), 7. 96 (2H, d, J=2. 9Hz), 8. 1 9 (2H, s), 10. 44 (2H, s), 12. 17 (2H, s).

例249:化合物番号249の化合物の製造

原料として、3-フェニルサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:64.6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 12 (1H, t, J=8. 1Hz), 7. 37 (1H, tt, J=7. 5, 1. 5Hz), 7. 43-7. 48 (2H, m), 7. 56-7. 60 (3H, m), 7. 91 (1H, s), 8. 07, (1H, dd, J=8. 1, 1. 5Hz), 8. 48 (2H, s), 11. 00 (1H, s), 12. 16 (1H, s).

例250:化合物番号250の化合物の製造

原料として、4-フルオロサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:65.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 81-6. 90 (2H, m), 7. 84 (1H, s,), 7. 93-7. 98 (1H, m,), 8. 45 (2H, s,), 10. 78 (1H, s), 11. 81 (1H, s,).

例251:化合物番号251の化合物の製造

前述した例248において、化合物番号248の化合物との混合物を分離して得た。

収率: 9. 4%

¹H-NMR (CD₃OD): δ 2. 16 (3H, s), 2. 34 (3H, s), 6. 69 (1H, d, J=8. 2Hz), 6. 76 (1H, brs) 6. 95 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 02 (1H, d, J=8. 0Hz), 7. 15 (1H, d, J=8. 2Hz), 7. 29 (1H, d, J=8. 2Hz), 7. 37 (1H, dd, J=8. 8, 2. 6Hz), 7. 97 (1H, d, J=2. 6Hz), 7. 98 (1H, s).

例252:化合物番号252の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-[2-アミノ-4-(トリフルオロメチル)フェノキシ]ベンゾニトリルを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:11.6%

¹H-NMR (CD₃OD): δ 6. 88 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 1 9 (2H, d, J=8. 9Hz), 7. 24 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 33 (1H, dd, J=8. 8, 2. 8Hz), 7. 46 (1H, dd, J=8. 9, 1. 9Hz), 7. 76 (2H, d, J=8. 9Hz), 7. 98 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 96 (1H, s).

例253:化合物番号253の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-アミノ-4-(4-メトキシフェノキシ)ベンゾトリフルオライドを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:88.1%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 3. 85 (3H, s) 6. 81 (1H, d, J = 8. 5Hz), 6. 97-7. 02 (3H, m), 7. 08 (2H, d, J=8.

8 Hz), 7. 30 (1H, m), 7. 40 (1H, dd, J=8. 8, 1. 9Hz), 7. 45 (1H, d, J=2. 2Hz), 8. 70 (1H, s), 8. 78 (1H, d, J=1. 6Hz), 11. 76 (1H, s).

例254:化合物番号254の化合物の製造

原料として、サリチル酸、及び2,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを 用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 47.8%

¹H-NMR (CD₃OD): δ 7. 00-7. 06 (2H, m), 7. 48 (1 H, d t, J=1. 5, 7. 5Hz), 7. 74 (1H, d, J=8. 4Hz), 8. 01-8. 08 (2H, m), 8. 79 (1H, s), 11. 09 (1H, s), 12. 03 (1H, s).

例255:化合物番号255の化合物の製造

(1) 2-アミノー4-(2, 4-ジクロロフェニル) チアゾール 原料として、 2^{\prime} , 4^{\prime} -ジクロロアセトフェノン、及びチオウレアを用いて例 231(1) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 97.1%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 5. 01 (2H, s), 7. 09 (1H, s), 7. 28 (1H, dd, J=8. 4, 2. 1Hz), 7. 45 (1H, d, J=2. 1Hz), 7. 82 (1H, d, J=8. 4Hz).

(2) 5-クロロー2-ヒドロキシ-N-[4-(2, 4-ジクロロフェニル) チアゾールー2-イル] ベンズアミド (化合物番号255)

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-4-(2, 4-ジクロロフェニル)チアゾールを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:8.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 08 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 50-7. 55 (2H, m), 7. 72-7. 76 (2H, m), 7. 91 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 95 (1H, d, J=2.4Hz), 11. 87 (1

H, brs), 12.09 (1H, brs).

例256:化合物番号256の化合物の製造

原料として、3-イソプロピルサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:99.2%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 26 (6H, d, J=6.9Hz), 3. 4 4 (1H, Hept, J=6.9Hz), 6. 92 (1H, t, J=7.8Hz), 7. 38 (1H, dd, J=8.1, 1.2Hz), 7. 44 (1H, d, J=7. 5Hz), 7. 69 (1H, s), 8. 13 (3H, s), 11. 88 (1H, s). Ø2 57: 化合物番号 257 の化合物の製造

N- [3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-ヒドロキシ-3-イソプロピルベンズアミド (化合物番号 2 5 6; 1 0 0 mg, 0. 2 6 mm o 1) の四塩化炭素 (5 mL) 溶液に、アルゴン雰囲気下、臭素(1 4. 4 μ L, 0. 2 8 mm o 1) 及び鉄粉(1. 7 mg, 0. 0 3 mm o 1) を加え、室温で 2 時間攪拌した。反応混合物を酢酸エチルで希釈した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をn-ヘキサン/酢酸エチルで晶析して、標題化合物の白色固体(1 1 0 mg, 9 1. 5%)を得た。

¹H-NMR (CDC1₃): δ 1. 25 (6H, d, J=6. 9Hz), 3. 3 9 (1H, Hept, J=6. 9Hz), 7. 49-7. 51 (2H, m), 7. 71 (1H, brs), 8. 11-8. 14 (3H, m), 11. 81 (1H, brs).

例258:化合物番号258の化合物の製造

N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-ヒドロキシ-3-メチルベンズアミド (化合物番号58;150mg,0.41mmol) のメタノール/水(3:1) 混合溶液 (5mL) に、N-ブロモコハク酸イミド(88.2mg,0.50mmol) を加え、室温で10分間攪拌した。反応混合物を酢

酸エチルで希釈した。酢酸エチル層を10%チオ硫酸ナトリウム水溶液、水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=5:1)で精製して、標題化合物の白色粉末(167mg, 91.5%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 2. 28 (3H, s), 7. 47 (1H, s), 7. 50 (1H, d, J=2. 4Hz), 7. 71 (1H, s), 8. 08 (1H, brs), 8. 13 (2H, s), 11. 71 (1H, s).

例259:化合物番号259の化合物の製造

N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシー3-フェニルベンズアミド(化合物番号249)を用いて例258と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:67.5%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 36-7. 50 (3H, m), 7. 55-7. 59 (2H, m), 7. 71 (1H, d, J=2. 1Hz), 7. 93 (1H, brs), 8. 28 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 45 (2H, s), 1. 06 (1H, brs), 12. 16 (1H, brs).

例260:化合物番号260の化合物の製造

(1) 2-アミノ-4-(3, 4-ジクロロフェニル) チアゾール 原料として、3', 4'-ジクロロアセトフェノン、及びチオウレアを用いて例 231(1)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:77.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 17 (2H, s), 7. 24 (1H, s), 7. 62 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 78 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 8. 22 (1H, d, J=2. 4Hz).

(2) 5 - クロロー 2 - ヒドロキシーN - [4 - (3, 4 - ジクロロフェニル) チアゾールー 2 - イル] ベンズアミド (化合物番号 260)

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-4-(3,4-ジクロロフェニル)チアゾールを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:15.1%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 08 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 52 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 71 (1H, d, J=8.4 Hz), 7. 91 (1H, d, J=1.8Hz), 7. 94 (1H, s), 8. 18 (1H, d, J=1.5Hz), 12. 09 (2H, bs).

例261:化合物番号261の化合物の製造

(1) 2-アミノー4- [4-(トリフルオロメチル)フェニル] チアゾール 原料として、4'-(トリフルオロメチル)アセトフェノン、及びチオウレアを 用いて例231(1)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:77.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 18 (2H, s), 7. 26 (1H, s), 7. 72 (2H, d, J=8. 4Hz), 8. 00 (2H, d, J=8. 1Hz).

(2) 5-クロロ-2-ヒドロキシ-N- $\{4-$ [4-(トリフルオロメチル) フェニル] チアゾール-2-イル $\}$ ベンズアミド (化合物番号 2 6 1)

原料として、5ークロロサリチル酸、及び2ーアミノー4ー [4-(トリフルオロメチル)フェニル]チアゾールを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:16.0%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 09 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 53 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 81 (2H, d, J=8.4 Hz), 7. 96 (1H, d, J=2.4Hz), 7. 98 (1H, s), 8. 16 (2H, d, J=8.1Hz), 11. 91 (1H, bs), 12. 13 (1H, bs).

例262:化合物番号262の化合物の製造

(1) 2-メトキシー4-フェニル安息香酸メチル

 $4- \rho$ ロロー 2-メトキシ安息香酸メチル($904 \,\mathrm{mg}$, $4.5 \,\mathrm{mmo}$ 1)、フェニルボロン酸($500 \,\mathrm{mg}$, $4.1 \,\mathrm{mmo}$ 1)、炭酸セシウム($2.7 \,\mathrm{g}$, $8.2 \,\mathrm{mmo}$ 1)のN,Nージメチルホルムアミド($15 \,\mathrm{mL}$)溶液に、アルゴン雰囲気下、ジクロロビス(トリフェニルホスフィン)パラジウム($29 \,\mathrm{mg}$, $0.0 \,\mathrm{4mmo}$ 1)を加え、 $120 \,\mathrm{C}$ で8時間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却後、酢酸エチルで希釈した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー($n- \mathrm{ne}$ サン:酢酸エチル=10:1)で精製して、標題化合物の無色油状物($410 \,\mathrm{mg}$,41.2%)を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 3. 91 (3H, s), 3. 98 (3H, s), 7. 17 (1H, d, J=1. 5Hz), 7. 20 (1H, dd, J=8. 1, 1. 5Hz), 7. 31-7. 50 (3H, m), 7. 59-7. 63 (2H, m), 7. 89 (1H, d, J=8. 1Hz).

(2) 2-メトキシー4-フェニル安息香酸

2-メトキシー4-フェニル安息香酸メチル(410mg, 1.69mmol)のメタノール(5mL)溶液に2規定水酸化ナトリウム水溶液(5mL)を加え、1時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣に2規定塩酸を加え、析出した結晶を濾取して、標題化合物の粗生成物(371mg, 96.0%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 93 (3H, s), 7. 29 (1H, d d, J=8. 1, 1. 5Hz), 7. 34 (1H, d, J=1. 5Hz), 7. 4 0-7. 53 (3H, m), 7. 73-7. 77 (3H, m), 12. 60 (1H, s).

(3) N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-メトキシー 4-フェニルベンズアミド

原料として、2-メトキシ-4-フェニル安息香酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:97.5%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 4. 19 (3H, s), 7. 25 (1H, m), 7. 38-7. 53 (4H, m), 7. 62-7. 65 (3H, m), 8. 12 (2H, s), 8. 35 (1H, d, J=8. 1Hz), 10. 15 (1H, brs). (4) N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-ヒドロキシー4-フェニルベンズアミド (化合物番号 262)

N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] -2-メトキシ-4-フェニルベンズアミド(100mg, 0.24mmol)のジクロロメタン(5mL)溶液に1M三臭化ホウ素-ジクロロメタン溶液(0.71mL, 0.71mmol)を加え、室温で1時間攪拌した。反応混合物を酢酸エチルで希釈し、水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(<math>n-n+t):酢酸エチル=5:1)で精製して、標題化合物の白色粉末(69.3mg,71.6%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 20 (1H, dd, J=8. 4. 1. 8Hz), 7. 30 (1H, d, J=1. 8Hz), 7. 39-7. 51 (3H, m), 7. 60-7. 64 (3H, m), 7. 70 (1H, brs), 8. 15 (2H, s), 8. 19 (1H, brs), 11. 59 (1H, s).

例263:化合物番号263の化合物の製造

(1) 2-アミノ-4-(2, 5-ジフルオロフェニル) チアゾール 原料として、2', 5'-ジフルオロアセトフェノン、及びチオウレアを用いて 例231(1)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:77.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 45 (1H, d, J=2.7Hz), 7. 11-7. 17 (1H, m), 7. 19 (2H, s), 7. 28-7. 36 (1H, m), 7. 65-7. 71 (1H, m).

(2) 5 - クロロー 2 - ヒドロキシ- N - [4 - (2, 5 - ジフルオロフェニル)]

チアゾールー2ーイル]ベンズアミド(化合物番号263)

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-4-(2,5-ジフルオロフェニル)チアゾールを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。収率:36.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 09 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 22-7. 30 (1H, m), 7. 37 (1H, m), 7. 53 (1H, dd, J=8.7, 3.0Hz), 7. 72 (1H, d, J=2.4Hz), 7. 77-7. 84 (1H, m), 7. 94 (1H, d, J=3.0Hz), 11. 89 (1H, bs), 12. 12 (1H, bs).

例264:化合物番号264の化合物の製造

(1) 2-アミノー4-(4-メトキシフェニル) チアゾール

原料として、4'ーメトキシアセトフェノン、及びチオウレアを用いて例231

(1) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:85.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 76 (3H, s), 6. 82 (1H, s), 6. 92 (2H, d, J=9. 0Hz), 7. 01 (2H, s), 7. 72 (2H, d, J=8. 7Hz).

(2) 5-クロロー2-ヒドロキシ-N-[4-(4-メトキシフェニル)チア ゾール-2-イル]ベンズアミド(化合物番号264)

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-4-(4-メトキシフェニル)チアゾールを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:16.4%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 80 (3H, s), 7. 01 (2H, d, J=9. 0Hz), 7. 07 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 50-7. 55 (2H, m), 7. 86 (2H, d, J=9. 0Hz), 7. 96 (1H, d, J=2. 7Hz), 11. 90 (1H, bs), 12. 04 (1H, bs).

例265:化合物番号265の化合物の製造

(1) 2-アミノ-4-[3-(トリフルオロメチル)フェニル]チアゾール 原料として、3'-(トリフルオロメチル)アセトフェノン、及びチオウレアを 用いて例231(1)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:94.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 19 (2H, s), 7. 27 (1H, s), 7. 61 (2H, dd, J=3. 9, 1. 5Hz), 8. 07-8. 13 (2H, m).

(2) 5 ークロロー 2 ーヒドロキシーNー (4 ー [3 ー (トリフルオロメチル) フェニル] チアゾールー 2 ーイル (4 ー [3 ー (トリフルオロメチル) アニール] チアゾールを (4 ー [3 ー (トリフルオロメチル) フェニル] チアゾールを用いて例 3 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:31.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 13 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 53 (1H, dd, J=9.0, 2.7Hz), 7. 70 (1H, d, J=2.4 Hz), 7. 71 (1H, d, J=1.2Hz), 7. 95 (1H, d, J=2.7Hz), 8.00 (1H, s), 8.24-8.27 (2H, m), 12.16 (2H, bs).

例266:化合物番号266の化合物の製造

(1) 2-アミノー4-(2, 3, 4, 5, 6-ペンタフルオロフェニル) チア ゾール

原料として、2', 3', 4', 5', 6'ーペンタフルオロアセトフェノン、 及びチオウレアを用いて例231(1)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率:86.7%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 5. 19 (2H, s), 6. 83 (1H, s).

(2) 5 - クロロー 2 - ヒドロキシーN - [4 - (2, 3, 4, 5, 6 - ペンタフルオロフェニル) チアゾールー 2 - イル] ベンズアミド (化合物番号 2 6 6)

原料として、5ークロロサリチル酸、及び2ーアミノー4ー(2,3,4,5,6-ペンタフルオロフェニル)チアゾールを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:23.8%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 08 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 53 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 73 (1H, s), 7. 93 (1H, d, J=2.7Hz), 11. 85 (1H, bs), 12. 15 (1H, bs).

例267:化合物番号267の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-4-メチルベンゾフェノンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:8.7%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 50 (3H, s), 6. 98 (1H, d, J=8. 3Hz), 6. 99 (1H, d, J=7. 3Hz), 7. 39 (1H, dd, J=2. 0, 8. 6Hz), 7. 48-7. 64 (4H, m), 7. 72 (2H, d, J=7. 6Hz), 7. 83 (1H, d, J=2. 3Hz), 8. 57 (1H, s), 12. 18 (1H, s), 12. 34 (1H, br. s).

例268:化合物番号268の化合物の製造

2-EドロキシーNー[2, 5-Eス(トリフルオロメチル)フェニル] ベンズアミド(化合物番号 $254;175\,\mathrm{mg},0.5\,\mathrm{mmol}$)の四塩化炭素($5\,\mathrm{m}$ L)溶液に、鉄($3\,\mathrm{mg},0.05\,\mathrm{mmol}$)、臭素($129\,\mu$ 1, $2.5\,\mathrm{mmol}$)を加え、 $50\,\mathrm{C}$ で12時間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却後、飽和重曹水、水、飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー($n-\mathrm{C}$ キサン:酢酸エチル=2:1)で精製して、標題化合物の白色結晶($184.2\,\mathrm{mg}$,72.7%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 92-7. 98 (1H, m), 8. 06

(1 H, d, J=2.1 Hz), 8.09 (1 H, d, J=8.4 Hz), 8.2 (1 H, d, J=2.1 Hz), 8.27-8.32 (1 H, m), 11.31(1 H, s).

参考例1:N-[2, 4-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-クロロ-2-ヒドロキシベンズアミドの製造

5-クロロサリチル酸(173mg,1mmo 1)、2,4-ビス(トリフルオロメチル)アニリン(229mg,1mmo 1)、トールエン(5m1)の混合物に、三塩化リン(44μ L,0.5mmo 1)加え、4.5時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=2:1)で精製して、標題化合物の白色粉末(26.3mg,6.9%)を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 7. 03 (1H, dd, J=8. 7, 0. 6H z), 7. 43-7. 48 (2H, m), 7. 91 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 96 (1H, s), 8. 42 (1H, s), 8. 49 (1H, d, J=8. 7 Hz), 11. 26 (1H, s).

参考例2:N-[2-(トリフルオロメチル)フェニル]-5-クロロ-2-ヒドロキシベンズアミドの製造

5-クロロサリチル酸(173 mg, 1mmo1)、2-(トリフルオロメチル)アニリン(161mg, 1mmo1)、三塩化リン($44\mu1$, 0.5mmo1)、モノクロロベンゼン(5mL)の混合物をアルゴン雰囲気下に3時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却した後、n-ヘキサン(50mL)を添加し、析出した粗結晶を濾取して酢酸エチル(50mL)に溶解した。酢酸エチル溶液を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=2:1)で精製し、標題化合物の白色結晶(183mg, 58.0%)

を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 07 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 42 (1H, t, J=7.5Hz), 7. 52 (1H, d, J=8.7, 2.7Hz), 7. 74 (1H, t, J=8.1Hz), 7. 77 (1H, t, J=8.1Hz), 7. 99 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 18 (1H, d, J=8.1Hz), 10. 76 (1H, s), 12. 22 (1H, s).

参考例3:N-[4-クロロ-2-(トリフルオロメチル)フェニル]-5-クロロ-2-ヒドロキシベンズアミドの製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-クロロ-2-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて参考例2と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:21.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 07 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 52 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 80-7. 85 (2H, m), 7. 97 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 26 (1H, d, J=8.4Hz), 10. 80 (1H, s), 12. 26 (1H, s).

参考例4:N-[3-(トリフルオロメチル)フェニル]-5-ブロモ-2-ヒドロキシベンズアミドの製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて参考例2と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:50.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 98 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 48-7. 52 (1H, m), 7. 59 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 62 (1H, t, J=8. 1Hz), 7. 92-7. 96 (1H, m), 8. 02 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 20 (1H, s), 10. 64 (1H, s), 11. 60 (1H, s).

参考例 5: N-[4-クロロ-3-(トリフルオロメチル)フェニル]-5-ブロモ-2-ヒドロキシベンズアミドの製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び4-クロロ-3-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて参考例2と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:37.4%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 98 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 59 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7. 73 (1H, d, J=8.7 Hz), 7. 98 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 00 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 8. 31 (1H, d, J=2.4Hz), 10. 68 (1H, s), 11. 52 (1H, brs).

参考例6:N-[4-(トリフルオロメチル)フェニル]-5-クロロ-2-ヒドロキシベンズアミドの製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて参考例2と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:75.0%、白色固体

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 74 (2H, d, J=8.7 Hz), 7. 90 (1H, d, J=2.7Hz), 7. 95 (2H, d, J=9.0Hz), 10.65 (1H, s), 11.59 (1H, s).

参考例7:N-[2-クロロー4-(トリフルオロメチル)フェニル]-5-ブロモ-2-ヒドロキシベンズアミドの製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-クロロ-4-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて参考例2と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:34.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 64 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 79 (1H, dd, J=9. 0, 2. 1Hz), 7. 99 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 11 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 73 (1H, d, J=9. 0Hz), 11. 15 (1H, s), 12. 42 (1H, s).

試験例1:NF-κB活性化阻害測定

NF $-\kappa$ B活性化阻害作用を Hill らの方法(「セル(Cell)」,(米国),1993年,第73巻,第2号,p. 395-406参照。)を参考にして実施した。NF $-\kappa$ B 結合配列(TGGGGACTTTCCGC)を5個連結(タンデムに)したオリゴヌクレオチドをホタルルシフェラーゼ遺伝子(Luc)の上流に組み込んだプラスミド(pNF κ B-Luc Reporter Plasmid:STRATAGENE 社製)をトランスフェクション試薬(Effectene、QIAGEN 社製)を用いてヒト肝癌由来細胞株 HepG2にQIAGEN 社のプロトコールに従いトランスフェクトして、6~24時間培養した。その後、被検化合物の存在下又は非存在下で、TNF $-\alpha$ (40 ng/ml)を加えて4時間培養した後、細胞内ノールシフェラーゼ活性をピッカジーンLT(東洋インキ社製)及び化学発光測定装置、(SPECTRAFLUORPLUS、TECAN社製)を用いて測定した。被検化合物非存在下におけるルシフェラーゼ活性値に対しての比率で阻害率を求めた。被検化合物 10μ g/ml 及び 1μ g/ml 存在下におけるNF $-\kappa$ B活性阻害率を下記の表に示す。

	.,		
化合物番号	NF-κ-B活性化阻害率 (%)		
	薬物濃度10μg/mL	薬物濃度1μg/mL	
1	97.1	90.9	
2	95.6	93.3	
3	94.3	81.5	
. 4	97.5	95.7.	
5	99.2	96.5	
6	98.6	94.9	
7	85.4	86.6	
8	99.2	92.0	
9	99.6	92.2	
1 0	99.4	95.8	

1 1	98.3	92.9
1 2	99.2	86.3
1 3	96.0	76.8
14	98.3	94.7
1 5	99.2	94.5
1 6	99.4	42.7
1 7	99.1	74.9
1 8	98.5	59.7
1 9	96.9	95.5
2 0	94.9	91.1
2 1	90.1	53.3
2 2	97.1	83.9
2 3	96.8	91.8
2 4	98.3	92.3
2 5	99.6	96.4
2 6	95.4	93.3
2 7	97.9	93.8
2 8	97.8	79.5
2 9	92.9	81.7
3 0	95.3	82.1
3 2	99. 0	90.4
3 3	97.0	30.7
3 4	98. 7	90.7
3 5	96.4	88.2
3 7	94. 5	N.T.
3 8	87.1	16.0

		·
3 9	82.2	23.7
4 0	96.0	44.9
4 1	95.9	42.2
4 2	98.1	84.4
4 4	67.5	N.T.
4 5	63.4	N.T.
4 6	88.4	20.5
4 7	97.2	51.8
4 8	98.7	96.2
4 9	89. 1	19.4
5 0	96.0	69.9
5 1	98.2	90.5
5 2	97.3	96.4
5 3	94.5	9.3. 3
5 4	86.5	N.T.
5 5	88.6	10.8
5 6	95.1	89.4
5 7	91. 9	N.T.
5 8	95.0	88.2
5 9	94.7	41.9
6 0	99. 1	94.0
6 1	97. 2	95.1
6 2	86.9	37.0
6 3	85.0	85.4
6 4	94.1	84.9
. 65	89.8	83.3

Unitz

7 1	95.0	89.6
7 2	95.0	94.6
7 3	97.9	93.1
7 4	97.5	64.0
7 5	82.2	58.1
8 0	73.0	46.3
8 1	96.3	95.0
8 2	96.8	94.0
8 3	98.3	95.7
8 4	96.6	92.6
8 5	98.9	94.7
8 6	98.7	96.7
8 7	95.9	93.1
8 8	97.1	94.8
8 9	97.4	96.7
9 0	94.1	88.9
9 1	96.7	86.3
9 2	97.9	93.8
9 3	97.2	84.5
9 4	93.4	76.6
9 5	98.5	91.8
9 6	99.1	94.6
9 7	97.8	95.8
9 8	86.4	81.8
9 9	98.0	54.3
. 100	95.1	85.6

101	82.0	17.7
102	98.3	8 9. 3
104	99. 2	97.2
1 0 5	97.5	94.6
106	92. 1	92.3
107	96.2	94.9
108	. 88.4	41.5
1 1 0	98.7	96.5
111	99. 7	96.5
1 1 2	95.7	96.5
1 1 3	96. 2	90.5
114	98.2	91.8
115	98.4	90.7
116	97.3	90.0
117	92.6	92.8
118	99. 5	95.0
119	86.9	85.4
1 2 0	97.5	88.6
121	95.5	92.9
1 2 2	96.9	95.1
1 2 3	96.8	91.8
1 2 4	97.0	94.2
1 2 5	96.8	84.5
1 2 6	92.8	77.1
1 2 7	97.1	85.4
1 2 8	95.1	91.4

F	<u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>	
1 2 9	71.8	N.T.
1 3 0	70.6	N.T.
1 3 1	88.7	49.1
1 3 3	95.6	91.0
1 3 4	96.3	89.1
. 1 3 5	99.2	86.2
1 3 6	99.4	91.0
137	92.6	86.3
1 3 8	98.1	89.6
1 3 9	94.7	90.8
1 4 0	8 2 . 0	70.9
1 4 1	97.9	82.4
1 4 2	95.7	32.4
1 4 3	96.8	38.3
1 4 4	56.4	N.T.
1 4 6	98.5	91.2
1 4 7	91.0	38.9
1 4 9	87.1	37.4
151	98.2	85.8
1 5 2	95.3	35.1
153 .	97.1	88.3
154	93.3	83.0
155	90.2	11.2
156	95.7	93.8
157	98.8	52.6
158	96.8	52.4

160	96.5	69.6
161	97.6	94.2
162	97.9	93.8
163	97.4	92.1
164	98.3	97.6
165	99.4	95.9
166	96.4	94.1
1 6 7	98.7	76.4
168	97.8	46.7
169	95.9	31.6
171	98.1	90.6
172	96.4	93.7
173	98.3	86.4
174	89.6	N.T.
176	99.5	96.0
177	99.4	87.8
178	89.7	N.T.
179	93.4	92.5
180	93.7	90.7
181	95.1	N.T.
182	90.2	85.3
183	86.8	N.T.
184	63.8	53.6
185	95.2	88.4
186	98.7	96.5
187	94.4	85.3
	 	

188	92.4	92.6
189	93.8	20.0
190	69.7	N.T.
191	67.2	N.T.
1 9 2	94.4	83.6
193	82.0	N.T.
194	71.7	N.T.
195	98.1	90.5
196	87.6	28.8
197	96.1	70.1
198	8 8 . 7	46.1
199	98.4	96.4
200	97.7	95.0
201	97.5	86.8
202	92.4	84.5
204	97.8	93.6
2 0 5	96.8	87.8
206	8 9. 6	36.3
207	95.9	92.5
208	78.8	N.T.
2 1 0	72.1	N.T.
2 1 1	67.0	N.T.
2 1 2	95.0	79.7
2 1 3	8 9. 4	85.1
214	95.9	70.2
2 1 5	97.3	90.7

2 1 6	82.8	55.8
2 1 8	94.2	80.7
2 1 9	96.0	82.2
2 2 0	58.6	50.8
2 2 1	8.4.0	51.9
2 2 2	91.3	49.6
2 2 3	60.4	33.3
2 2 4	96.5	87.6
2 2 5	78.6	34.6
2 2 6	85.8	45.0
2 2 7	90.3	31.8
2 2 8	90.0	66.9
2 2 9	90.1	7.4. 0
2 3 0	84.8	40.8
2 3 1	94.5	95.9
2 3 2	85.4	88.2
2 3 3	84.7	26.6
2 3 4	63.1	29.1
2 3 5	81.8	N.T.
2 3 6	56.0	21.4
2 3 7	81.9	N.T.
2 3 8	90.3	26.1
2 4 0	92.3	14.3
2 4 1	78.9	25.5
2 4 2	85.7	N.T.
2 4 3	95.1	84.2
·		

0.4.7		
2 4 7	>99.9	N.T.
2 4 8	>99.9	>99.9
2 4 9	90.7	86.6
2 5 0	95.4	94.2
2 5 1	96.8	93.6
2 5 2	96.3	93.9
2 5 3	99.5	96.3
255	N. T.	> 9 9. 9
2 5 6	N. T.	92.1
2 5 7	N. T.	> 9 9. 9
2 5 8	N. T.	> 9 9. 9
2 5 9	N. T.	> 9 9. 9
2 6 0	N. T.	> 9 9. 9
2 6 1	N. T.	> 9 9. 9
262	N. T.	> 9 9 . 9
263	N. T.	> 9 9 . 9
2 6 4	N. T.	> 9 9. 9
2 6 5	N. T.	> 9 9. 9
2 6 6	N. T.	> 9 9. 9
2 6 7	N. T.	28.6
2 6 8	98.4	87.1

N. T. 試験せず

 $N-フェニルサリチルアミド誘導体の NF- <math>\kappa B$ 阻害剤としての用途は国際公開第 99/65499 号パンフレットの中に開示されているが、実際にNF- κB 阻害活性を測定している化合物数は少なく、アニリン部分の置換基の位置も極限ら

れた置換基と置換位置でしか検討されていない。好適なアニリン部分の置換体として2-モノ置換体、4-モノ置換体及び2, 4-ジ置換体が挙げられているが、本発明の医薬に含まれる一般式(I)で表される化合物(アニリン部分が2, 5-ジ置換体または3, 5-ジ置換体である化合物)については示唆ないし教示はない。また、上記一般式(I)で表される化合物のうち、アニリン部分の置換基としてトリフルオロメチル基を有する化合物については言及されていない。N-フェニルサリチルアミド誘導体の抗炎症薬としての用途については欧州特許第0221211号明細書、特開昭62-99329号公報、及び米国特許第6117859号明細書に開示されており、その中でアニリン部分へのモノトリフルオロメチル基の導入ついて開示されている。しかしながら、モノ置換体では低濃度でのNF-κB阻害活性が無くなってしまうことから、ジ置換体の方がはるかに優れている。

本発明の医薬の有効成分として用いられる代表的化合物、国際公開第99/65 499号パンフレットに示された化合物のうちNF $-\kappa$ B阻害活性が最も強い化合物、国際公開第99/65499号パンフレットにおいて動物試験を行っている代表的化合物、及びモノトリフルオロメチル置換体についてレポーターアッセイによる方法でNF $-\kappa$ B阻害活性の比較を行ってみると、本発明の医薬では低濃度 (0.1 μ g/mL) でのNF $-\kappa$ B活性化阻害作用が国際公開第99/65499号パンフレットに開示された最も作用の強い化合物よりも約3~9倍阻害率が高いことがわかる。

化合物	NF-κB活性化阻害率(%)		備考	
	10μ g/ml	$1 \mu \text{ g/ml}$	$0.1 \mu \text{ g/ml}$	
OH O CF3	97. 5	95. 7	60.9	化合物番号4
OH O CF ₃	96. 3	95. 0	27. 0	化合物番号81
CI H S O	98. 4	96. 4	19. 6	化合物番号199
OH O CI	92.7	88.7	6.8	国際公開第 99/65499 号 に記載の化合物
OH O NO ₂ N F	86. 5	- 63. 8	- 82.9	国際公開第 99/65499 号 に記載の化合物
OH O CF ₃	89.6	88. 0	- 20.9	モノトリフルオロメチル 置換体
OH O CF ₃	95. 0	85.3	- 35.5	モノトリフルオロメチル 置換体
CI N CF3	92.9	41.6	- 18. 44	モノトリフルオロメチル 置換体

試験例 2: リウマチ患者由来滑膜繊維芽細胞を用いたTNF α 刺激による I L - 6、 I L - 8、 P G E 2 産生抑制試験

滑膜繊維芽細胞(Human Synoviocyte (RA-Positive)、東洋紡、T4040-05)をTN F α 10 n g/m l と披検化合物を含む培地で3日間培養し、上清中のIL-6、 IL-8をELISA法にて、PGE2(prostaglandin E2)をEIA法にて測定した。結果を以下の表に示す。

化合物番号	メディエーター遊離抑制 IC ₅₀ (nM)		
	I L – 6	I L – 8	PGE2
4	294	450	388
6	352	351	358
11	247	377	389
22	665	869	N. T.
23	540	876	, 809
24	593	N. T.	N. T.
25	452	N. T.	N. T.
27	355	527	532
51	874	832	863
63	513	786	439
73	337	670	662
83	< 10	62	< 10
86	565	N. T.	562
88	88	N. T.	33
90	24	373	38
93	130	753	47
94	N. T.	N. T.	266
125	903	N. T.	966
135	61	N. T.	41
140	808	N. T.	21
187	649	N. T.	414
199	309	458	68
201	317	599	53
207	641	832	834

N.T. 試験せず

同様にして、国際公開第99/65499号パンフレットに記載の化合物及びモ ノトリフルオロメチル置換体、及びいくつかの同種の置換基で置換位置の異なる ジ置換体についてTNF α 刺激下でのIL-6, IL-8, PGE2産生抑制活 性について比較をした。その結果、国際公開第99/65499号パンフレット に記載の化合物には50%阻害濃度が1000nM以下となるような強いIL-8産生抑制活性が認められなかった。また、欧州特許第0221211号明細書、 特開昭62-99329号公報、及び米国特許第6117859号明細書に開示 されたモノトリフルオロメチル置換体には1000nM以下の濃度でのIL-8 産生抑制活性が認められず、1000nM以下では炎症性メディエーター遊離抑 制活性を示さないものも認められた。また、同じ種類の置換基を用いた場合にも、 国際公開第99/65499号パンフレットにおいて好ましいとされている2, 4-ジ置換体では1000nM以下での炎症性メディエーター遊離抑制活性を示 さないものも認められた。このことは、国際公開第99/65499号パンフレ ットで好ましいとしている2位又は4位置換体、あるいは2,4-ジ置換体はN F-κB活性化阻害及び炎症性メディエーター産生抑制については最適ではなく、 一方、本発明における2,5又は3,5一ジ置換体はNF-κB活性化阻害によ る炎症性メディエーターの産生を強力に抑制する化合物として最適であることを 示している。

更に、化合物番号83、88、90及び135の化合物、特に化合物番号83の化合物は、 $TNF\alpha$ 刺激下でのIL-6、IL-8及びPGE2の産生を特に強力に抑制した。これらの化合物の構造上の特徴は、上記一般式(I)においてEが2,5-ジ置換フェニル基であることである。従って、上記一般式(I)においてEが2,5-ジ置換フェニル基である化合物、更に好適には、2,5-ジ置換フェニル基である化合物、更に好適には、2,5-ジ電物フェニル基である)である化合物、最も好適には、2,5-ビス(トリフルオロフェニル基である)である化合物、最も好適には、2,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル基で

ある化合物は、炎症性メディエーター、とりわけ、IL-6及び/又はIL-8 及び/又はPGE2が関与する疾患の予防及び/又は治療に最適であることを示 している。

化合物	メディエー		I C 5 0	備考
		(nM)		
·	I L - 6	I L – 8	PGE 2	
OH O CI	205	> 1000	208	国際公開第 99/65499 号
Br H		(- 12%)		に記載の化合物
OH OF	248	> 1000	62	国際公開第 99/65499 号
NO ₂ H		(- 4.5%)		に記載の化合物
OH OF	85	> 1000	730	国際公開第 99/65499 号
N H F		(- 23%)		に記載の化合物
OH O	82	> 1000	> 1000	国際公開第 99/65499 号
H		(- 5. 9%)	(- 3.9%)	に記載の化合物
OH O	140	> 1000	292	国際公開第 99/65499 号
CF ₃		(- 67%)		に記載の化合物
OH CF3	91	> 1000	57	参考例 5 の化合物
Br H		(16%)	-	
OH OF CF1	> 1000	> 1000	> 1000	参考例7の化合物
Br C	(27%)	(16%)	(10%)	·
OH Ca	> 1000	> 1000	> 1000	参考例3の化合物
CI CF3	(- 17%)	(- 43%)	(20%)	<u>.</u>
OH OF.	202	> 1000	> 1000	参考例1の化合物
CI CF3		(- 70%)	(1. 2%)	

OH O	887	> 1000	676	参考例2の化合物
CI CF3		(14%)	,	
OH O CF3	690	> 1000	413	参考例4の化合物
Br H		(16%)		
OH O CF3	> 1000	> 1000	> 1000	参考例6の化合物
G H	(36%)	(4. 2%)	(- 24%)	

()内は1000nMでの阻害率(%)を表す。

試験例3:マウスのコラーゲン性関節炎抑制試験

6週齢のマウスにマウスコラーゲン抗体カクテル(chondrex 社製)を静脈内注射し、3日後に LPS を静脈内注射し関節炎を惹起した。適当な希釈剤に懸濁した披検物質又は希釈剤のみ(negative control)を LPS 投与一日前から一日1回経口投与し、前後左右の足関節の臨床症状を経日的にスコア化して記録した。本発明の医薬(化合物番号4及び199)の結果を第1図に示す。

試験例4:即時型アレルギー反応抑制試験 (Ear swelling test)

抗DNP-IgEを静脈内投与して感作したNC/NGAマウスに被験薬剤を腹腔内投与した。投与2時間後耳介にオリーブオイルに溶解したピクリルクロライドを塗布してアレルギー性炎症反応を惹起し、耳介の腫脹を経時測定し、薬物投与群とコントロール群と比較した。本発明の医薬(化合物番号4)についての結果を第2図に示す。

試験例5:マウスⅡ型コラーゲン誘導関節炎抑制試験

Balb/c マウスに heterologous type II collagen を Freund の完全アジュバントと共に皮下又は腹腔内に投与、免疫し、その21日後に heterologous type II collagen を Freund の不完全アジュバントと共に皮下又は腹腔内に投与、再度免疫し、関節炎を発症させた。

その際、適当な希釈剤に懸濁した披検物質又は希釈剤のみ (negative control) を1回目の免疫の日より2日に1度腹腔内投与し、2回目の免疫以後に発症する

関節炎を前後左右の足関節の臨床症状を経日的にスコア化して記録した。本発明の医薬を10mg/kg 投与時の投与開始後44日目のコントロールのスコアを100%とした時の関節炎臨床症状の悪化率(%)は、37.5 (化合物番号4)、76.5 (化合物番号90)、56.2 (化合物番号11)、64.0 (化合物番号88)、0.0 (化合物番号83) であった。

試験例6:ラット心筋虚血再灌流障害抑制試験

7~9週齢のラットの左冠動脈を縛り虚血状態とし、25分後に、適当な希釈剤に懸濁した披検物質又は希釈剤のみ (negative control) を腹腔内投与し、30分後再灌流させ、24時間後虚血部分の心筋の壊死率を測定した。

本発明の医薬(化合物番号4)は、5 mg/kg の投与で、コントロールと比較し、 心筋の壊死を60%抑制した。

試験例7:正常冠状動脈血管平滑筋細胞の増殖刺激下での増殖抑制試験 正常冠状動脈血管平滑筋細胞(Cryo CASMC)を被験物質存在または非存在下で0. 5%FBSとInsulin(5µg/ml)含有DMEM培地にて2時間培養後、増殖刺激としてFGFとEGFを添加し、72時間培養し細胞の増殖をMTSアッセイにて測定した。 結果を下記表に示す

	増殖阻害率(%)		
化合物番号	化合物濃度		
	500nM	250nM	
4	92.2	87.9	
6	94.8	88.0	
23	89	31.6	
29	90.4	52.2	
19	88.6	34.0	
90	95.2	89.5	
140	86.1	4.3	

71	92.4	81.6
11	91.4	86.7
51	86.6	26.2
201	84.4	59.8
93	87.2	12.1
199	84.6	35.1
207	84	52.5
253	91	84.1
268	9.8	5.6
83	87.9	27.1

産業上の利用可能性

本発明の医薬は、NF $-\kappa$ B活性化に起因する疾患及び炎症性サイトカイン産生 過剰に起因する疾患の予防及び/又は治療のための医薬として有用である。

請求の範囲

1. 下記一般式(I):

(式中、

Aは、水素原子又はアセチル基を表し、

Eは、2,5-ジ置換若しくは3,5-ジ置換基フェニル基、又は置換基を有していてもよい単環式若しくは縮合多環式へテロアリール基(ただし、該へテロアリール基が、①式(I)中の-CONH-基に直結する環がベンゼン環である縮合多環式へテロアリール基、②無置換のチアゾール-2-イル基、及び③無置換のベンゾチアゾール-2-イル基である場合を除く)を表し、

環 Z は、式 – O – A(式中、Aは上記定義と同義である)及び式 – C O N H – E(式中、E は上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいアレーン、又は式 – O – A(式中、A は上記定義と同義である)及び式 – C O N H – E(式中、E は上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいヘテロアレーンを表す)で表される化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及び溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含み、N F – κ B 活性化阻害作用を有する医薬。

- 2. Aが水素原子である請求の範囲第1項に記載の医薬。

H-E (式中、Eは一般式 (I) における定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよい)である請求の範囲第1項又は第2項のいずれか1項に記載の医薬。

- 4. 環 2 が、式 O A (式中、Aは一般式 (I) における定義と同義である) 及び式 C O N H E (式中、E は一般式 (I) における定義と同義である) で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいベンゼン環、又は式 O A (式中、A は一般式 (I) における定義と同義である) 及び式 C O N H E (式中、E は一般式 (I) における定義と同義である) で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいナフタレン環である請求の範囲第3項に記載の医薬。
- 5. 環 Z が、式 O A (式中、A は一般式 (I) における定義と同義である) 及び式 C O N H E (式中、E は一般式 (I) における定義と同義である) で表される基の他にハロゲン原子をさらに有するベンゼン環である請求の範囲第4項に記載の医薬。
- 6. 環 Z がナフタレン環である請求の範囲第 4 項に記載の医薬。
- 7. Eが、2, 5-ジ置換フェニル基又は3, 5-ジ置換基フェニル基である 請求の範囲第1項ないし第6項のいずれか1項に記載の医薬。
- 8. Eが、2,5-ジ置換フェニル基(該置換基のうち少なくとも1個はトリフルオロメチル基である)又は3,5-ジ置換フェニル基(該置換基のうち少なくとも1個はトリフルオロメチル基である)である請求の範囲第7項に記載の医薬。
- 9. Eが3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル基である請求の範囲第 8項に記載の医薬。
- 10. Eが、置換基を有していてもよい単環式へテロアリール基又は置換基を有していてもよい多環式へテロアリール基(ただし、該へテロアリール基が多環式である場合には、式(I)中の-CONH-基に直結する環がベンゼン環であるものを除く)である請求の範囲第1項ないし第6項のいずれか1項に記載の医薬。

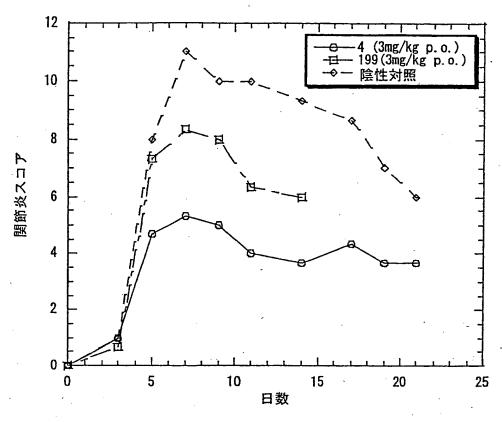
11. Eが、置換基を有していてもよい5員の単環式へテロアリール基である 請求の範囲第10項に記載の医薬。

12. 下記物質群 δ より選択される 1 又は 2 以上の物質の遺伝子の発現抑制剤である請求の範囲第 1 項ないし第 1 1 項のいずれか 1 項に記載の医薬。

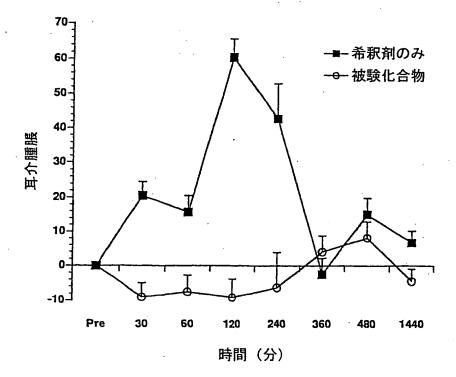
[物質群 δ] 腫瘍壊死因子 (TNF)、インターロイキンー1、インターロイキンー2、インターロイキンー6、インターロイキンー8、顆粒球コロニー刺激因子、インターフェロンβ、細胞接着因子である I CAM-1、VCAM-1、ELAM-1、ニトリックオキシド合成酵素、シクロオキシゲナーゼ、主要組織適合抗原系クラス I、主要組織適合抗原系クラス II、β2ーマイクログロブリン、免疫グロブリン軽鎖、血清アミロイドA、アンジオテンシノーゲン、補体B、補体C4、cーmyc、HIVの遺伝子由来の転写産物、HTLV-1の遺伝子由来の転写産物、シミアンウイルス40の遺伝子由来の転写産物、サイトメガロウイルスの遺伝子由来の転写産物、及びアデノウイルスの遺伝子由来の転写産物

- 13. 炎症性メディエーター産生遊離抑制剤又は免疫抑制剤である請求の範囲 第1項ないし第11項のいずれか1項に記載の医薬。
- 14. 慢性関節リウマチの予防及び/又は治療のための請求の範囲第1項ない し第11項のいずれか1項に記載の医薬。

第1図



第2図



Form PCT/ISA/210 (second cheet) (July 1000)

International application No.

PCT/JP03/07119

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER	······································		
Int.Cl ⁷ A61K31/167, 31/18, 31/27	5, 31/381, 31/4	10, 31/404	, 31/4164.,
31/421, 31/422, 31/426, 31/451, 31/455, 31/47, 3	31/433, 31/43/., 1/400 31/505	31/4402,	31/445,
According to International Patent Classification (IPC) or to both	national classification and	TIPC :	31/33//,
B. FIELDS SEARCHED			
Minimum documentation searched (classification system follower	d by classification combol	(a)	
Int.Cl ⁷ A61K31/167, 31/18, 31/27	5. 31/381. 31/4	s) 10. 31/404.	. 31/4164.
31/421, 31/422, 31/426,	31/433, 31/437,	31/4402,	31/445,
31/451, 31/455, 31/47, 3	1/498, 31/505,	31/5375,	31/5377
Documentation searched other than minimum documentation to	he extent that such docum	ents are included	in the fields secreted
-	···	ichts are included	in the neith searched
			.*
Electronic data base consulted during the international search (na	me of data base and when	e practicable, sear	rch terms used)
CAPLUS(STN), REGISTRY(STN)	\ .	practications, sea	on terms usedy
			•
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category* Citation of document, with indication, where	oppropriate of the relevant	t nassages	Relevant to claim No.
X WO 01/12588 Al (Mercian Corp		r passagus	
22 February, 2001 (22.02.01)).),	-1	1-4,7,8, 12-14
Y Full text	•	-	6,9-11
& EP 1219596 A1	• •	:	0,5 11
P,X WO 02/49632 Al (INSTITUTE O	==================================	·	
P,X WO 02/49632 Al (INSTITUTE O DESIGN, INC.),	F MEDICINAL MO	LECULAR	1-14
27 June, 2002 (27.06.02),	٠.		• •
Full text	•		
& AU 2002022683 A	•		
P,X WO 02/076918 A1 (Suntory Lt			
P,X WO 02/076918 A1 (Suntory Lt 03 October, 2002 (03.10.02),	a.),	!	1-14
Full text			
& EP 1314712 A1			4.5 4.5
		į	
		·.	•
		•	
X Further documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family	annex.	,
* Special categories of cited documents:	"T" later document publ	lished after the inter	national filing date or
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	priority date and no	t in conflict with the	application but cited to
"E" earlier document but published on or after the international filing	"X" document of particu	lar relevance; the cl	aimed invention cannot be
date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is	considered novel or step when the docur	cannot be considere	ed to involve an inventive
cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"Y" document of particu	lar relevance; the ci	aimed invention cannot be
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other	considered to involve combined with one	e an inventive step or more other such a	when the document is documents, such
means "P" document published prior to the international filing date but later	combination being of	obvious to a person s	skilled in the art
than the priority date claimed	"&" document member o	ii ine same patent fa	mily
Date of the actual completion of the international search	Date of mailing of the in		
06 August, 2003 (06.08.03)	19 August,	2003 (19	.08.03)
Name and mailing address of the ISA/	Authorized officer		
Japanese Patent Office			
Facsimile No.	Telephone No.	:	·

C (Continua	ntion). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 99/65449 A2 (SMITHKLINE BEECHAM CORP.), 23 December, 1999 (23.12.99), Full text & JP 2002-518307 A	1-14
X Y	JP 4-217916 A (Japan Tobacco Inc.), 07 August, 1992 (07.08.92), Particularly, test compound 105 (Family: none)	1-4,7,8,12, 13 5,6,9-11,14
X Y	WO 02/28819 A1 (THE RESEARCH FOUNDATION OF STATE UNIVERSITY OF NEW YORK), 11 April, 2002 (11.04.02), & EP 1328507 A1	1-5,7-9,12, 13 6,10,11,14
X Y	MORI, T. et al., "Inhibitory effect of amino- benzoic acid derivatives on hemolytic reaction in vitro", Yakugaku Zasshi, Vol.95, No.12, (1975), pages 1477 to 1482	1-4,7,12,13 5,6,8-11,14
X Y	OHSUGI, Y. et al., "Inhibitory effect of bis (2-hydroxybenzamido) benzoic acid derivatives on reagin-mediated passive cutaneous anaphylaxis (PCA) in rats", Yakugaku Zasshi, Vol.96, No.2, (1976), pages 165 to 169	1-4,7,12,13 5,6,8-11,14
X Y	WO 01/10865 Al (Takeda Chemical Industries, Ltd.), 15 February, 2001 (15.02.01), Particularly, compound of referral example 23-345 & EP 1205478 Al	1-4,10-14 5-9
X Y	WO 99/24404 A1 (AMGEN INC.), 20 May, 1999 (20.05.99), & JP 2001-522834 A	1-4,10,12-14 5-9,11
X Y	ROBERT-PIESSARD, S. et al., "Synthesis and anti-inflammatory activity of N-(4,6-dimethlpyridin-2-yl) β -ketoamides and derivatives", Pharmaceutical Science, Vol.3, No.5/6, 1997, pages 295 to 299	1-4,6,10, 12-14 5,7-9
X Y	DAIDONE, G. et al., "Synthesis and evaluation of the analgesic and antiinflammatory activities of N-substituted salicylamides", Farmaco, Vol.44, No.5, 1989, pages 465-73	1-3,10,12-14 4-9,11
X Y	EP 317991 A2 (HOECHST-ROUSSEL PHARMACEUTICALS INC.), 31 May, 1989 (31.05.89), Examples 1, 2, 4 & JP 2-138260 A Particularly, examples 1, 2, 4	1-3,10,12,13 4-9,11,14

International application No. PCT/JP03/07119

Category*	on). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant	nt naccanec	Relevant to claim No.
X	EP 198456 A2 (SS PHARMACEUTICAL CO., LTD.		
Y	22 October, 1986 (22.10.86), Compound 31 & JP 62-30780 A Particularly, compound 31) <i>(</i>	1-3,10,12,13 4-9,11,14
	rarefeatarry, compound or	•	
		•	
	•		· ·
•		•	
		,	
			• •
			:
			•
			· ·
.			

			•
·			*
	-	•	
			; ·
			•
			· ·
			. ·
1	•	i	

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1998)

International application No. PCT/JP03/07119

Box I Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)	·
This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the	e following reasons:
1. Claims Nos.:	
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:	
,,	
2. X Claims Nos.: 1-14 (parts)	
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requestrent that no meaningful international search can be carried out, specifically:	irements to such an
(See extra sheet)	
	·.
3. Claims Nos.:	5D 1-740
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentence	es of Rule 6.4(a).
	
Box II Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)	
This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:	-
	;
As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report	covers all searchable
claims.	
2. As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority di	d not invite payment
of any additional fee.	
3. As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international	l search report covers
only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:	r scar on report covers
only mose digitis for which less were pare, specifically digitis 1703.	
	_
	· , ,
4. No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search fees were timely paid by the applicant.	earch report is
restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:	
	÷
	. ,
Remark on Protest The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.	
No protest accompanied the payment of additional search fees.	

International application No.

PCT/JP03/07119

Continuation of A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER (International Patent Classification (IPC))

Int.Cl⁷ A61P29/00, 37/06, 43/00, A61K31/222

(According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC)

Continuation of B. FIELDS SEARCHED

Minimum Documentation Searched(International Patent Classification (IPC))

Int.Cl⁷ A61K31/222

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Continuation of Box No.I-2 of continuation of first sheet(1)

The active ingredients of pharmaceutical compositions of claims 1-14 include an extremely wide range of compounds and it is difficult to make complete search on all of them. Further, only a few of the active ingredients are disclosed in the description within the meaning of PCT Article 5.

Thus, claims 1-14 and the description do not comply with the prescribed requirements to such an extent that a meaningful search cannot be carried

In this international search report, therefore, prior art search on the inventions of claims 1-14 has been made within a reasonable effort on the basis of compounds concretely described in the description.

発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. Cl A61K31/167, 31/18, 31/275, 31/381, 31/40, 31/404, 31/4164, 31/421, 31/422, 31/426, 31/433, 31/437, 31/4402, 31/445, 31/451, 31/455, 31/47, 31/498, 31/505, 31/5375, 31/5377, A61P29/00, 37/06, 43/00, A61K31/222

調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl' A61K31/167, 31/18, 31/275, 31/381, 31/40, 31/404, 31/4164, 31/421, 31/422, 31/426, 31/433, 31/437, 31/4402, 31/445, 31/451, 31/455, 31/47, 31/498, 31/505, 31/5375, 31/5377, A61K31/222

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語) CAPLUS (STN), REGISTRY (STN)

C. 関連する	ると認められる文献 しゅうしゅう	
引用文献の		関連する
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
X	₩O 01/12588 A1(メルシャン株式会社) 2001.02.22, 全文 & EP 1	1-4, 7, 8, 12-14
Y	219596 A1	6, 9–11
PΧ	WO 02/49632 A1 (株式会社分子設計研究所) 2002.06.27,全文 & AU 2002022683 A	1-14
PX	WO 02/076918 A1 (サントリー株式会社) 2002.10.03, 全文 & EP 1314712 A1	1-14

区欄の続きにも文献が列挙されている。

「 パテントファミリーに関する別紙を参照。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献 (理由を付す)
- 「O」ロ頭による開示、使用、展示等に含及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの

電話番号 03-3581-1101 内線 3451

「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 06.08.03 **19**.08.03 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 3230 日本国特許庁 ([SA/JP) 安藤 倫世 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

C (続き).	関連すると認められる文献	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する
A	WO 99/65449 A2 (SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION) 1999.12.23, 全文 & JP 2002-518307 A	1-14
X Y	JP 4-217916 A (日本たばこ産業株式会社) 1992.08.07, 特に被験 化合物105 (ファミリーなし)	1-4, 7, 8, 12, 13 5, 6, 9-11, 14
X Y	WO 02/28819 A1 (THE RESEARCH FOUNDATION OF STATE UNIVERSITY OF NEW YORK) 2002.04.11, & EP 1328507 A1	1-5, 7-9, 12, 13 6, 10, 11, 14
X Y	MORI, T. et al., "Inhibitory effect of aminobenzoic acid der ivatives on hemolytic reaction in vitro", Yakugaku Zasshi Vol. 95, No. 12, (1975), p1477-1482	1-4, 7, 12, 13 5, 6, 8-11, 14
X Y	OHSUGI, Y. et al., "Inhibitory effect of bis(2-hydroxybenzam ido) benzoic acid derivatives on reagin-mediated passive cuta neous anaphylaxis (PCA) in rats", Yakugaku Zasshi , Vol. 96, No. 2, (1976) p165-169	1-4, 7, 12, 13 5, 6, 8-11, 14
X Y	WO 01/10865 A1 (武田薬品株式会社) 2001.02.15, 特に参考例化合物23-345 & EP 1205478 A1	1-4, 10-14 5-9
X Y	WO 99/24404 A1 (AMGEN INC.) 1999.05.20 & JP 2001-522834 A	1-4, 10, 12-14 5-9, 11
X Y	ROBERT-PIESSARD, S. et al., "Synthesis and anti-inflammator y activity of N-(4,6-dimethylpyridin-2-yl) β -ketoamides and derivatives", Pharmaceutical Sciences, Vol. 3, No. 5/6, 1997, p295-299	1-4, 6, 10, 12-1 -4 5, 7-9
X Y	DAIDONE, G. et al., "Synthesis and evaluation of the analge sic and antiinflammatory activities of N-substituted salicyl amides", Farmaco, Vol. 44, No. 5, 1989, p465-73	1-3, 10, 12-14 4-9, 11
X Y	EP 317991 A2 (HOECHST-ROUSSEL PHARMACEUTICALS INCORPORATED) 1989.05.31, Example1,2,4 & JP 2-138260 A, 特に実施例1,2,4	1-3, 10, 12, 13 4-9, 11, 14
X Y	EP 198456 A2 (SS PHARMACEUTICAL CO., LTD.) 1986.10.22, compound 31 & JP 62-30780 A 特に化合物31	1-3, 10, 12, 13 4-9, 11, 14

第1個	請求の範囲の一部の調査ができないときの意見(第1ページの2の続き)
成しな	条第3項(PCT17条(2)(a))の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作かった。
1.	請求の範囲は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。
	つまり、
2 X	請求の範囲 1-14の一部 は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしてい
2. 🕰	請求の範囲 <u>1-14の一部</u> は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、
	別紙参照。
3. []	請求の範囲 は、従属請求の範囲であってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定に
	従って記載されていない。
第日欄	発明の単一性が欠如しているときの意見 (第1ページの3の続き)
次にi	述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。
_	
1.	出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求
	の範囲について作成した。
2.	追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追
	加調査手数料の納付を求めなかった。
3. □	出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納
U.	付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。
•	
•	
_	
4. 📙	出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。
•	
追加調査	手数料の異議の申立てに関する注意 」 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあった。
	追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがなかった。

第 I 欄の 2. について

請求の範囲1-14の発明の医薬組成物の有効成分は、極めて広範囲かつ多彩な化合物を包含し、そのすべてについて、完全な調査を行うことは困難である。一方、特許協力条約第6条の意味において明細書に裏付けられ、また、特許協力条約第5条の意味において明細書に開示されているものは、請求の範囲1-14の発明の医薬組成物の有効成分の中のごく僅かな部分に過ぎない。

したがって、請求の範囲1-14及び明細書は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない。

そこで、この国際調査報告では、請求の範囲1-14の発明については、明細書に具体的 に記載された化合物に基づいて、合理的な負担の範囲内で、先行技術文献調査を行った。

广 特零許 協力 条 約

PCT

国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 の書類記号 A31322M	今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知様式(PCT/ISA/220) 及び下記5を参照すること。				
国際出願番号 PCT/JP03/07119	国際出願日 (日.月.年) 05.0	6.03	優先日 (日.月.年)	10.06.	0 2
出願人 (氏名又は名称) 株:	式会社医薬分子設計研究所				
国際調査機関が作成したこの国際調 この写しは国際事務局にも送付され	査報告を法施行規則第41条 る。	(PCT18\$	€)の規定に従い	ハ出願人に送作	けする。
この国際調査報告は、全部で 5		ている。			
1. 国際調査報告の基礎 a. 言語は、下記に示す場合を除っ この国際調査機関に提出さ	くほか、この国際出願がされ れた国際出願の翻訳文に基	れたものに基っ づき国際調査	うき国際調査を行 を行った。	すった。	
b. この国際出願は、ヌクレオチ この国際出願に含まれる書	面による配列表		列表に基づき	国際調査を行っ	った。
□ この国際出願と共に提出さ□ 出願後に、この国際調査機					٠.
□ 出願後に、この国際調査機 □ 出願後に提出した書面によ書の提出があった。 □ 書面による配列表に記載し書の提出があった。	関に提出された磁気ディス る配列表が出願時における	クによる配列3 国際出願の開え	示の範囲を超え		
2. 🗓 請求の範囲の一部の調査が	『できない(第I欄参照)。		:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
3. 党明の単一性が欠如してい	、る(第Ⅱ欄参照)。		•	÷	
4. 発明の名称は 🛛 出願	賃人が提出したものを承認す	⁻ る。			`
□次に	示すように国際調査機関か	「作成した。		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
5. 要約は 🗵 出願	人が提出したものを承認す	ేవ.	· .		
第四 国際	欄に示されているように、 調査機関が作成した。出願 際調査機関に意見を提出す	法施行規則第4 [人は、この国	祭調査報告の発	則38.2(b)) の 送の日から1:)規定により カ月以内にこ
6. 要約書とともに公表される図は、 第図とする。 □ 出願	人が示したとおりである。		区 なり		
□ 出願	人は図を示さなかった。		<i>c</i>		
	け及用の体徴さ、展覧とは	1			

第1	懶 請求の範囲の一部の調査ができないときの意	· 点見(第1ペー	-ジの2の続き)		
広弗	8条第3項(PCT17条(2)(a)) の規定によりなかった。	、この国際調	査報告は次の	里由により請求の範	囲の一部について作
"	3.7 T.C.				
1. [」 請求の範囲 は、この[つまり、	国際調査機関和	が調査をするこ	とを要しない対象に	係るものである。
			e.		
	•	•	•		
_	_	•			•
2. [請求の範囲 1-14の一部 は、有意動ない国際出願の部分に係るものである。つま	義な国際調査を り、	とすることがで	きる程度まで所定の	要件を満たしてい
	別紙参照。	•			: .
					•
	•	•			
3. [」	青求の範囲であ	ってPCT規	則6.4(a)の第2文及	び笙3文の相定に
	従って記載されていない。		,		
		.		•	
第Ⅱ根	『 発明の単一性が欠如しているときの意見 (第	1 0 0 0 0	7 (dt ±)		
	アン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1-1-50/36	力就さ)		
次に	述べるようにこの国際出願に二以上の発明があ	るとこの国際	調査機関は認め	た。	•
,					
		•	-		
*					
		• •			•
				•	•
•					
·					
1. []	出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間か の範囲について作成した。	内に納付したの	で、この国際	調査報告は、すべて	の調査可能な請求
2. 🗍	追加調査手数料を要求するまでもわくこれ・・・		**		
ب	追加調査手数料を要求するまでもなく、すべて 加調査手数料の納付を求めなかった。	の調査可能な	請求の範囲に	ついて調査すること	ができたので、追
			•	•	• • •
3. 📋	出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか 付のあった次の請求の範囲のみについて作成し	期間内に納付	しなかったの	で、この国際調査報行	きは、手数料の納
•					
		•			
4.	出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付 されている発明に係る次の請求の範囲について	しなかったの 作成した。	で、この国際調	関査報告は、請求の筆	5囲の最初に記載
			•		,
				• •	1
シ加調査	手数料の異議の申立てに関する注意	:	•	•	
	』追加調査手数料の納付と共に出願人から異議	由立てがねっ	/- -		
	追加調査手数料の納付と共に出願人から異議	・ エマルの つ。 由ウナポカム	,		
_	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ニューイヤックル	110	·	1

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ A61K31/167, 31/18, 31/275, 31/381, 31/40, 31/404, 31/4164, 31/421, 31/422, 31/426, 31/433, 31/437, 31/4402, 31/445, 31/451, 31/455, 31/47, 31/498, 31/505, 31/5375, 31/5377, A61P29/00, 37/06, 43/00, A61K31/222

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl' A61K31/167, 31/18, 31/275, 31/381, 31/40, 31/404, 31/4164, 31/421, 31/422, 31/426, 31/433, 31/437, 31/4402, 31/445, 31/451, 31/455, 31/47, 31/498, 31/505, 31/5375, 31/5377, A61K31/222

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語) CAPLUS (STN), REGISTRY (STN)

		•
	ると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X Y	WO 01/12588 A1(メルシャン株式会社) 2001.02.22, 全文 & EP 1 219596 A1	1-4, 7, 8, 12-14 6, 9-11
PX	₩O 02/49632 A1 (株式会社分子設計研究所) 2002.06.27, 全文 & AU 2002022683 A	1-14
PΧ	WO 02/076918 A1 (サントリー株式会社) 2002.10.03, 全文 & EP 1314712 A1	1-14

X C欄の続きにも文献が列挙されている。

□ パテントファミリーに関する別紙を参照。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

06.08.03

国際調査報告の発送日

19.08.03

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-9015

郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 特許庁審査官(権限のある職員) 安藤 倫世

.4 P | 3 2 3 0

電話番号 03-3581-1101 内線 3451

ı			7 3 7 0 1 1 1 9
	C (続き). 引用文献の	関連すると認められる文献	
	カテゴリー*	十一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	関連する 請求の範囲の番号
	A	WO 99/65449 A2 (SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION) 1999.12.23, 全文 & JP 2002-518307 A	1-14
	X Y	JP 4-217916 A (日本たばこ産業株式会社) 1992.08.07, 特に被験化合物105 (ファミリーなし)	1-4, 7, 8, 12, 13 5, 6, 9-11, 14
	X Y	WO 02/28819 A1 (THE RESEARCH FOUNDATION OF STATE UNIVERSITY OF NEW YORK) 2002.04.11, & EP 1328507 A1	1-5, 7-9, 12, 13 6, 10, 11, 14
	X Y	MORI, T. et al., "Inhibitory effect of aminobenzoic acid der ivatives on hemolytic reaction in vitro", Yakugaku Zasshi Vol. 95, No. 12, (1975), p1477-1482	1-4, 7, 12, 13 5, 6, 8-11, 14
	X Y	OHSUGI, Y. et al., "Inhibitory effect of bis(2-hydroxybenzam ido) benzoic acid derivatives on reagin-mediated passive cuta neous anaphylaxis (PCA) in rats", Yakugaku Zasshi, Vol.96, No.2, (1976) p165-169	1-4, 7, 12, 13 5, 6, 8-11, 14
	X Y	WO 01/10865 A1 (武田薬品株式会社) 2001.02.15, 特に参考例化合物23-345 & EP 1205478 A1	1-4, 10-14 5-9
	X Y	WO 99/24404 A1 (AMGEN INC.) 1999.05.20 & JP 2001-522834 A	1-4, 10, 12-14 5-9, 11
	X Y	ROBERT-PIESSARD, S. et al., "Synthesis and anti-inflammator y activity of N-(4,6-dimethylpyridin-2-yl) β -ketoamides and derivatives", Pharmaceutical Sciences, Vol. 3, No. 5/6, 1997, p295-299	1-4, 6, 10, 12-1 4 5, 7-9
l	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	DAIDONE, G. et al., "Synthesis and evaluation of the analge sic and antiinflammatory activities of N-substituted salicyl amides", Farmaco, Vol. 44, No. 5, 1989, p465-73	1-3, 10, 12-14 4-9, 11
	X Y	EP 317991 A2 (HOECHST-ROUSSEL PHARMACEUTICALS INCORPORATED) 1989.05.31, Example1,2,4 & JP 2-138260 A, 特に実施例1,2,4	1-3, 10, 12, 13 4-9, 11, 14
	X Y	EP 198456 A2 (SS PHARMACEUTICAL CO., LTD.) 1986.10.22, compound 31 & JP 62-30780 A 特に化合物31	1-3, 10, 12, 13 4-9, 11, 14

第1欄の2. について

請求の範囲1-14の発明の医薬組成物の有効成分は、極めて広範囲かつ多彩な化合物を包含し、そのすべてについて、完全な調査を行うことは困難である。一方、特許協力条約第6条の意味において明細書に裏付けられ、また、特許協力条約第5条の意味において明細書に開示されているものは、請求の範囲1-14の発明の医薬組成物の有効成分の中のごく僅かな部分に過ぎない。

したがって、請求の範囲1-14及び明細書は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない。

そこで、この国際調査報告では、請求の範囲1-14の発明については、明細書に具体的 に記載された化合物に基づいて、合理的な負担の範囲内で、先行技術文献調査を行った。

特許協力条約

発信人 日本国特許庁 (国際予備審査機関)

出願人代理人					•
特許業務	法人特許事務所サイク .	z .			
あて名		殷			
₹ 104-	0031			PCT見解書	
1	央区京橋一丁目8番7 直ビル8階	경		(法第13条) [PCT規則66]	
			発送日 (日.月.年)	19.08.03	3
出願人又は代理 の書類記号	A 3 1 3 2	2 M	応答期間	上記発送日から	2
国際出願番号 PCT/JP0	3/07119	国際出願日 (日.月.年) 05	. 06. 03	優先日 (日.月.年) 10.(06.02
				4164, 31/421, 31/422, 31/426	
出願人(氏名又		7498, 31/303, 31/33/3, 31/3	377, A61P29/00, 29	/00 101, 37/06, 43/00, 43/00	111, A61K31/222
\$	株式会社医薬分子設計	计研究所			
1. これは、	この国際予備審査機関が	が作成した1 回	目の見解書である	5.	,
	書は、次の内容を含む。 見解の基礎				
l —	優先権		•		
	•	業上の利用可能性につい	ての見解の不作	成	
	発明の単一性の欠如			•	
v X	伝第13条(PCT規 、それを裏付けるため	則66.2(a)(ii)) に規定 の文献及び説明	する新規性、進歩	性又は産業上の利用可能	性についての見解
VI X	ある種の引用文献		. '		·
VII	国際出願の不備				•
•	国際出願に対する意見				:
	この見解書に応答する	5ことが求められる。			
1,05	上記応答期間を参照す 66.2(d))に規定する人	「ること。この応答期間! ・おり、その期間の終過!	こ間に合わないと 前に国際予備等本	きは、出願人は、法第1 E機関に期間延長を請求す	3条(PCT規則
	ただし、期間延長が認	められるのは合理的な理	里由があり、かつ	スケジュールに余裕があ	る場合に限られる
どのように?	ことに注意されたい。 法第13条 (PCT#)	見則66.3) の規定に従い、	答弁書及び必要	な場合には、補正書を提出	出する 補正塞の
なお	様式及び言語について	「は、法施行規則第629	₹(PCT規則66.	8及び66.9)を参照するこ。	٤.
æ4a	相止者を提出する追加 補正書及び/マロ答判	□の機会については、法別 ▶	包行規則第61条	の2 (PCT規則66.4)を表 T規則66.4の2を参照する	参照すること。
応答がないとき	の非公式の連絡につい	、ては、PCT規則66.6を では、この見解書に基づき	と参照すること。	1 ACRIOO. 4022 € SHR 9 ©	こと。番笠目と
4. 国際予備署	F査報告作成の最終期限 ・	艮は、PCT規則69.2のst	見定により <u>1</u>	0. 10. 04	である。
	-				
					

名称及びあて先

日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 特許庁審査官(権限のある職員) 安藤 倫世 P 3230

電話番号 03-3581-1101 内線 3451

Ι.	見解の基礎			•				
1.			類書類に基づいてA 低は、この見解書に			4条)の規定に基	らづく命令に応答するだ	<u>۔</u> ت
	X 出願時の	国際出願書類	頁		•		;··	
	明細書明細書	第 第 第		ページ、 ページ、 ページ、	出願時に提出され国際予備審査の記	請求審と共に提出	lされたもの lと共に提出されたもの	か
	□ 請求の範請求の範請求の範請求の範請求の範	囲 第 <u>——</u> 囲 第 <u>——</u>		 項、 項、 	出願時に提出され PCT19条の 国際予備審査の	規定に基づき補正 請求書と共に提出		の
! !	図面図面	第 第 第		ーーベージ/図、 ーージ/図、		請求書と共に提出 付の書簡	されたもの iと共に提出されたもの	מ
	明細書の	配列表の部分 配列表の部分 配列表の部分	分第	ベージ、 ベージ、 ベージ、	出願時に提出され 国際予備審査の記	請求書と共に提出	されたもの iと共に提出されたもの	の
2.	上記の出願	書類の言語に	は、下記に示す場合	合を除くほか、こ	の国際出願の言語で	である。	· .	
	上記の書類	は、下記の言	言語である		3.			
	□ РСТ	Γ規則48.3(b	提出されたPCT)にいう国際公開々 めに提出されたP	の言語	・う翻訳文の言語 たは55.3にいう翻訳	文の宮語		
∙3 .	この国際出	願は、ヌク l	レオチド又はアミノ	ノ酸配列を含んで	おり、次の配列表に	こ基づき見解書を	作成した。	•
	このほどのほどのほどのは、このほどのは、このほどのは、このほどのは、このほどは、このほどは、このには、このには、このには、このには、このには、このには、このには、このに	国際出願と共 後に、このの 後に、このの とに提出の国 ととが配列表	際予備審査(また 書面による配列表	ディスクによる は調査)機関に は調査)機関に が出願時における	是出された審面によ 是出された磁気ディ る国際出願の開示の	スクによる配列3 範囲を超える事項	長 夏を含まない旨の陳述 ある旨の陳述書の提出	
4.	明細書	第	頁が削除された。 	ページ		,		
	□ 請求の範目 □ 図面	囲 第 図面の第	š	項 ~ -	ジ/図	• • •		
5.	この見解その補正	書は、補充# がされなかっ	間に示したように、 ったものとして作成	補正が出願時に 成した。(PCTま	おける開示の範囲を 見則70.2(c))	と越えてされたも	のと認められるので、	
			, 	•				
	,							
		•		•		·		

Ш.	新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成
1.	次に関して、当該請求の範囲に記載されている発明の新規性、進歩性又は産業上の利用可能性につき、次の理由により 審査しない。
	国際出願全体
[請求の範囲 1−14 の一部
X81 /	
理印	
	この国際出願又は請求の範囲 は、国際予備審査をすることを要しない 次の事項を内容としている(具体的に記載すること)。
X	明細書、請求の範囲若しくは図面(次に示す部分)又は請求の範囲 1-14 20戦が、不明確であるため、見解を示すことができない(具体的に記載すること)。
X	全部の請求の範囲又は請求の範囲 1-14 が、明細書による十分な 裏付けを欠くため、見解を示すことができない。
X	請求の範囲 1-14の一部 について、国際調査報告が作成されていない。
2.	ヌクレオチド又はアミノ酸の配列表が実施細則の附属書C(塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等の作成のためのガイドライン)に定める基準を満たしていないので、見解書を作成することができない。
	■ 書面による配列表が提出されていない又は所定の基準を満たしていない。
-	□ 磁気ディスクによる配列表が提出されていない又は所定の基準を満たしていない。

V.	新規性、進歩性又は産業上の利用可能 る文献及び説明	性についての法第13条	(PCT規則	66.2(a)(ii)に定める見解、	それを裏付
1.	見解				
,	新規性(N)	請求の範囲 _ 請求の範囲 _	1-14		有
	進歩性 (IS)	請求の範囲 請求の範囲	1 – 1 4	:	· 有
٠.	*** ***	· ·	1-14		無
	産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲 請求の範囲 -	1-14		有 無

2. 文献及び説明

- 文献1) WO 01/12588 A1 (メルシャン株式会社) 2001.02.22,
- 文献 2) JP 4-217916 A (日本たばこ産業株式会社) 1992.08.07
- 文献3) WO 02/28819 A1 (THE RESEARCH FOUNDATION OF STATE UNIVERSITY OF NEW YORK) 2002.04.11
- 文献 4) Yakugaku Zasshi , Vol. 96, No. 2, (1976) p165-169
- 文献 5) Yakugaku Zasshi Vol. 95, No. 12, (1975), p1477-1482
- 文献 6) WO 01/10865 A1 (武田薬品工業株式会社) 2001.02.15
- 文献 7) JP 2001-522834 A (アムジェン・インコーポレーテツド) 2001.11.20)
- 文献 8) Pharmaceutical Sciences, Vol. 3, No. 5/6, 1997, p295-299
- 文献 9) Farmaco, Vol. 44, No. 5, 1989, p465-73
- 文献 1 0) JP 2-138260 A (ヘキストールセル・フアーマシュウティカルス・・インコーホ・レイテット*) 1990.05.28
- 文献11) JP 62-30780 A (エスエス製薬株式会社) 1987.02.09

請求の範囲1-4, 7, 8, 12-14に係る発明は、文献1により新規性及び進歩性を有さない。文献1には、 $NF-\kappa$ B活性化阻害作用を有する化合物として、式(2)で示されるサルチル酸アミド誘導体が記載されている。してみると、請求の範囲1-4, 7, 8, 12-14に係る発明は、文献1記載のものと同一である。

請求の範囲1-4, 7, 8, 12, 13に係る発明は、文献2により新規性及び進歩性を有さない。文献2には、抗炎症剤として有効な化合物として、被験化合物 105で示される、N-(3, 5-ジクロロフェニル) -2, 4, 6, -トリヒドロキシー3-ニトロベンズアミドが記載されている。

請求の範囲1-5,7-9,12,13に係る発明は、文献3により新規性及び進歩性を有さない。文献3には、抗炎症作用を有する化合物としてサルチル酸誘導体が記載されている。

(以下、第V欄の続きに続く。)

VI. ある種の引用文献

1. ある種の公表された文書(PCT規則70.10)

出願番号 特許番号	公知日 (日. 月. 年)	出願日 (日.月.年)	優先日(有効な優先権の主張) <u>(日、月、年)</u>
WO 02/49632 A1 「EX」	27. 06. 02	18. 12. 01	18. 12. 00
₩O 02/076918 A1 「EX」	03. 10. 02	27. 03. 02	27. 03. 01

2. 書面による開示以外の開示(PCT規則70.9)

書面による開示以外の開示の種類	書面による開示以外の開示の日付	書面による開示以外の開示に言及している
	(日. 月. 年)	書面の日付 (日、月、年)

補充欄(いずれかの欄の大きさが足りない場合に使用すること)

第 V 欄の続き

(第Ⅴ欄の続き)

請求の範囲1-4, 7, 12, 13に係る発明は、文献4、5により新規性及び進歩性を有さない。文献4には、抗炎症作用を有する化合物として、AB-19, AB-22, AB-23 で示される化合物が記載されている。また、文献5には、抗炎症作用を有する化合物として、AB-19, AB-23, AB-24, AB-50, AB-43で示される化合物が記載されている。

請求の範囲1-4, 10-14に係る発明は、文献6により新規性及び進歩性を有さない。文献6には、リウマチや炎症等に有用な化合物として、参考実施例23-345で示される化合物が記載されている。

請求の範囲1-4, 10, 12-14に係る発明は、文献7により新規性及び進歩性性を有さない。文献7には、リウマチや炎症等に有用な化合物として、置換基にピリジン環を有するアセチル酸誘導体が記載されている。

請求の範囲1-4,6,10,12-14に係る発明は、文献8により新規性及び 進歩性を有さない。文献8には、抗炎症剤として有用なナフタレンカルボキシアミド 化合物が記載されている。

請求の範囲1-3, 10, 12-14に係る発明は、文献9により新規性及び進歩性性を有さない。文献9には、炎症等に有用な化合物として、サルチル酸アミド化合物が記載されている。

請求の範囲1-3, 10, 12, 13に係る発明は、文献10、あるいは文献11により新規性及び進歩性を有さない。文献10には、炎症等に有用な化合物として、実施例1, 2, 4で示される化合物が記載されている。また、文献11には、炎症等に有用な化合物として、化合物31で示される化合物が記載されている。

上記文献 2-1 1 には、NF- κ B活性化阻害作用に関しての記載はないが、本願発明医薬は、実際に医薬として使用する際には、リウマチや炎症等の疾患に適用されるものと認められるから、その医薬用途は、文献 2-1 1 記載のものと区別することはできない。してみると、請求の範囲 1-1 4 に係る発明は、文献 2-1 1 記載のものと同一である。

文献1-11に記載の化合物は、抗炎症作用を有し、本願の一般式(I)に相当する サルチル酸アミドを基本骨格とする点で共通である。

そして、文献1-11の記載から、当該サルチル酸アミド誘導体における環2はベンゼンであってもナフタレンであっても、また、種々置換基を有していても、抗炎症作用を有するものと認められるし、環Eについても、2, 5-又は3, 5-置換ベンゼンであっても、チアゾールであっても抗炎症作用を有するものと認められる。そうしてみると、文献1-11に記載された環構造、置換基を、それぞれ置換してみることは、当業者が容易になし得ることである。

また、当該化合物について、文献6-9に記載された抗リウマチ活性を想到することも当業者にとって容易である。

PCT

国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 の書類記号 A31322M	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知 (様式PCT/ IPEA/416) を参照すること。
国際出願番号 PCT/JP03/07119	国際出願日 (日.月.年) 05.06.03 優先日 (日.月.年) 10.06.02
国際特許分類 (IPC) Int.Cl' A61K31/167, 1/4402, 31/445, 31/451, 31/455, 31/47, 31/498,	31/18, 31/275, 31/381, 31/40, 31/404, 31/4164, 31/421, 31/422, 31/426, 31/433, 31/437, 3 31/505, 31/5375, 31/5377, A61P29/00, 29/00 101, 37/06, 43/00, 43/00 111, A61K31/222
出願人 (氏名又は名称) 株	式会社医薬分子設計研究所
2. この国際予備審査報告は、この表紙 この国際予備審査報告には、附 査機関に対してした訂正を含む	属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。
(PCT規則70.16及びPCT) この附属書類は、全部で	実施細則第607号参照)
3. この国際予備審査報告は、次の内容	を含む。
I X 国際予備審査報告の基礎	
Ⅱ □ 優先権	
 Ⅲ 区 新規性、進歩性又は産業	の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成
IV 発明の単一性の欠如	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
V X PCT35条(2)に規定する の文献及び説明 VI X ある種の引用文献	3新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるため
VII 国際出願の不備	
YⅢ □ 国際出願に対する意見	
国際予備審査の請求書を受理した日 05.06.03	国際予備審査報告を作成した日 06.11.03
名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3	特許庁審査官(権限のある職員) 4P 3230 安藤 倫世 電話番号 03-3581-1101 内線 3451

1.	国際予備審査	製告の基礎						
1.	この国際予備 応答するため PCT規則70.	こ提出された	記の出願書類に	こ基づいて作成さ は、この報告書に	れた。 (法第6条 おいて「出願時」	・(PCT14条 とし、本報告書	を)の規定に基 なには添付しな	づく命令に い。
[3	図 出願時の国際	奈出願書 類			• .			
					•		-	
Γ	明細書	第		ページ、	出願時に提出さ	れたもの	•	
-	明細書	第		ーページ、	国際予備審査の		出されたもの	
•	明細書	第		ベージ、			節と共に提出	
	請求の範囲	第		項、	出願時に提出さ	れたもの		
	請求の範囲	第	, ·	項、	P.CT19条の		正されたもの	
	請求の範囲	第		 項、	国際予備審査の			
•	請求の範囲	第		 項、			簡と共に提出	
۲	図面	第		~*— >2 Z	LU BE OF 1 - 48 U. A.			· •,
	図面	第	·	ページ/図、 ページ/図、				•
	図面	第		ページ/図、 ページ/図、	国際予備審査の		出されたもの 簡と共に提出	
_	明細書の配列	主办対人 4	er ·		the part of the life of the		. •	
. ∟	明細書の配列			^~_ジ、	出願時に提出さ			
	明細書の配列			ーーページ、 ーページ、	国際予備審査の			
•	クリルかっますくプロログ	135 (19) 27 9	F			村の客	簡と共に提出	されたもの
	PCT規	到48.3(b)に	いう国際公開の	言語	う翻訳文の言語		<i>:</i>	
3.	•				は55.3にいう翻訳 おり、次の配列表	•		
			•		らり、伏の配列表)	- 基つさ国際で	偏番食報告を行	すった。
	□ この国際は	出願に含まれ	る客面による配	列表		.•	•	
	□ この国際と	出願と共に提	出された磁気デ	イスクによる配	列表		•	
	_		,		ーへ 出された書面によ	太配別連		
					出された磁気ディ		t-t-	
-								
	書の提出が	あった	による配列衣か	田朝時における	国際出願の開示の	範囲を超える事	項を含まない	旨の陳述
	□ 書面による	配列表に記	載した配列と磁	気ディスクによ	る配列表に記録し	た配列が同一で	ある旨の陳述	書の提出
	があった。						-	
. #	歯花により モ	======================================	alea L. L.		,			.]
$\cdot \sqcap$	浦正により、下 明細書		別除された。					. •
. 님		第		_^->				
	請求の範囲	第	·	項	•	÷	7	
	図面	図面の第 _		ページ	/ 図			
: []	10000 64 66	7.細形から1	いなかったものと	:して作成した。	「出願時における開 (PCT規則70. 2)	示の範囲を越え (c) この補正を	とてされたもの と含む差し替え	と認めら用紙は上
	記1. における	5判断の際に	考慮しなければ	ならず、本報告	に添付する。)			
		•						
		•		•				
					•	•		
				• •				
			and the second s				•	

Ш	. 新規性	、進步性	上又は産業上の利	用可能性につ	ついての国際	予備審査報告の	不作成		
1	. 次に関し 審査しな	て、当該 :い。	を請求の範囲に記	。 載されている	5発明の新規!	生、進歩性又は	産業上の利用可	丁能性につき、	次の理由により
(国際出	願全体		••					
[X 請求の	範囲	1-14	の一部			•		
理	曲:							•	
		出願又は	請求の範囲				片 国際子	供本本なナナマ	とした悪しみい。
_			している(具体的	内に記載する	5こと)。			用骨瓜でりつ	ことを要しない
				•			:	• ,	
				•	•				
							•		
				• ,	•	ř		•	•
-					•			•	
								•	•
			•						
	* *								
	諸合、第明しでそに	き物特 5 のたきこ具のを許条医がるで体している () では、 () では、 () では、 () では、 () では、 () では、 () できる。	あるため、見解を 用 1 4 の 力 意組 て 度 先 に 行 力 意)発す条で効節の査を 発べの明成囲要報子の のに味書の - をで物	を 薬和に に 中 1 は に い お 明 の よ し た 、 て え し う し う し う し う し う し う う し う う し う う し う う し う う し う う う う う り う し う う う う	の有効成分 完全な調整で 明でないでで ででないでで 関細では、 でででででする。 でででである。 でででである。 ででである。 ででである。 でである。 でである。 でである。 でである。 でである。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 でき	がを付かに有 を付けは過意 をした。 を を は で り ら、 ぎ 義 の お の も の も の も の も の も の も の も の も の も	は は な な の 。 誤 に つ に の に る 。 に る に る 。 に る 。 に る 。 に る 。 に る 。 に る 。 に る 。 に る 。 に る 。 に る 。 る 。 に 。 る 。 る 。 る 。 る 。 る 。 る 。 る 。 る 。 る 。 る 。 る 。 る 。 。 。 。 。	ある。 京 京 前 1 4 こ に 大 で は た に た に た に に に に に に に に に に に に に
X	全部の請求 再付けを欠	での範囲と	【は請求の範囲		1-14			が、明細	客による十分な
	終いり を込	、 <i>、、にめ、</i>	見解を示すこと	ができない。			. *		
X I	請求の範囲		1-140-	3 8		について、	、国際調査報告	告が作成され ^っ	ていない。
2. :	ヌクレオチ ガイドライ	ド又は7 ン)に定	「ミノ酸の配列表 「める基準を満た	が実施細則の していないの	D附属書C (均 Dで、有効な回	国基配列又はア 国際予備審査を	ミノ酸配列を含 することができ	さむ明細書等 <i>0</i> ない。	り作成のための
[表が提出されてい	• •			•		
(磁気デ	イスクに	よる配列表が提出	出されていた	い又は所定の	>基準を満たしっ	ていない。	,	

V. 新規性、進歩性又は産業上の利用 文献及び説明	可能性についての法第1 2 	条 (PCT35条	(2)) に定める見解、	それを裏付け
1. 見解				
,			•	
新規性(N)	請求の範囲	,		有
	請求の範囲	1-14		無
進歩性(IS)	請求の範囲	•		有.
	請求の範囲	1-14		
•		*		
産業上の利用可能性 ([A)	請求の範囲	1-14	•	有
	請求の範囲			無無
文献及び説明 (PCT規則70.7)			<u> </u>	·
•				: •
文献 1) WO 01/12588 A1 ()	メルシャン株式会社) 2001.02.2	2,	
文献 47 JP 47 J1916 A (H	本たける産業性式と	<u>ጉ</u> ጀትነ 1000 ለወ	07	
文献 3) WO 02/28819 A1(T ORK)2002.04.11				OF NEW Y
文献 4) Yakugaku Zasshi, 文献 5) Yakugaku Zasshi V	Vol. 96, No. 2, (19	976) p165-16	9	
文献 5) Yakugaku Zasshi V	ol. 95, No. 12, (19	75), p1477-1	482	
ヘルハ U / IIU U U / I U O D A I (ii	(田) 赵品 美麻子仝)	(1. 1 2001 09 1	15	
文献7) JP 2001-522834 A 文献8) Pharmaceutical Sc	iences Vol 3 No	71) 2001.11. 5/6 1007 :	. 20) -205200	
NEV J / Parmaco, vol. 44. 1	No 5 1989 p465-7	77		
ベベス ひき Jr Z=138Z6U A (*	ヘキスト ― ルヤル・フアーマシュカラ	テイカルフ゛・ノンコー士。	レイテット*) 1990	. 05. 28
大献11) JP 62-30780 A(エスエス製薬株式会	※社)1987.02.	09	
			. *	
請求の範囲1-4,7,8 5性を有さない。文献1に日	1,12-14に係る	る発明は、文献	献1により新#	14生及77年
1-4, 7, 8, 12-1	4に休る発明は、ブ	火飲 1 記載の	5のと同一であ	る。
請求の範囲1ー4.78	19 191-167			

頭水の範囲1-4, 7, 8, 12, 13に係る発明は、文献2により新規性及び進歩性を有さない。文献2には、抗炎症剤として有効な化合物として、被験化合物105で示される、N-(3,5-ジクロロフェニル)-2,4,6,-トリヒドロキシー3-ニトロベンズアミドが記載されている。 請求の範囲1-5,7-9,12,13に係る発明は、文献3により新規性及び進歩性を有さない。文献3には、抗炎症作用を有する化合物としてサルチル酸誘導体が記載されている。

(以下、第V欄の続きに続く。)

ある種の引用文献

1. ある種の公表された文書 (PCI	規則70.10)		
出願番号 特許番号	公知日 (日.月.年)	出願日 (日. 月. 年)	優先日(有効な優先権の主張) (日.月.年)
WO 02/49632 A1 「EX」	27. 06. 02	18. 12. 01	18. 12. 00
₩O 02/076918 A1 「EX」	03. 10. 02	27. 03. 02	27. 03. 01

2. 書面による開示以外の開示 (PCT規則70.9)

金売にトで師二の4 - 88-		
書面による開示以外の開示の種類	審面による開示以外の開示の日付	生布にトス門ニいみの即一にニュ
,		書面による開示以外の開示に言及している
	(日.月.年)	審面の日付 (日.月.年)
••		

補充欄(いずれかの欄の大きさが足りない場合に使用すること)

第 V 欄の続き

(第V欄の続き)

請求の範囲1-4, 7, 12, 13に係る発明は、文献4、5により新規性及び進歩性を有さない。文献4には、抗炎症作用を有する化合物として、AB-19, AB-22, AB-23 で示される化合物が記載されている。また、文献5には、抗炎症作用を有する化合物として、AB-19, AB-23, AB-24, AB-50, AB-43で示される化合物が記載されている。

請求の範囲1-4, 10-14に係る発明は、文献6により新規性及び進歩性を有さない。文献6には、リウマチや炎症等に有用な化合物として、参考実施例23-345で示される化合物が記載されている。

請求の範囲1-4,10,12-14に係る発明は、文献7により新規性及び進歩性性を有さない。文献7には、リウマチや炎症等に有用な化合物として、置換基にピリジン環を有するアセチル酸誘導体が記載されている。

請求の範囲1-4, 6, 10, 12-14に係る発明は、文献8により新規性及び進歩性を有さない。文献8には、抗炎症剤として有用なナフタレンカルボキシアミド化合物が記載されている。

請求の範囲1-3, 10, 12-14に係る発明は、文献9により新規性及び進歩性性を有さない。文献9には、炎症等に有用な化合物として、サルチル酸アミド化合物が記載されている。

請求の範囲1-3, 10, 12, 13に係る発明は、文献10、あるいは文献11により新規性及び進歩性を有さない。文献10には、炎症等に有用な化合物として、実施例1, 2, 4で示される化合物が記載されている。また、文献11には、炎症等に有用な化合物として、化合物31で示される化合物が記載されている。

上記文献 2-1 1 には、 $NF-\kappa$ B活性化阻害作用に関しての記載はないが、本願発明医薬は、実際に医薬として使用する際には、リウマチや炎症等の疾患に適用されるものと認められるから、その医薬用途は、文献 2-1 1 記載のものと区別することはできない。してみると、請求の範囲 1-1 4 に係る発明は、文献 2-1 1 記載のものと同一である。

文献1-11に記載の化合物は、抗炎症作用を有し、本願の一般式(I)に相当するサルチル酸アミドを基本骨格とする点で共通である。

そして、文献1-11の記載から、当該サルチル酸アミド誘導体における環 2 はベンゼンであってもナフタレンであっても、また、種々置換基を有していても、抗炎症作用を有するものと認められるし、環 E についても、2,5-又は3,5-置換ベンであっても、チアゾールであっても抗炎症作用を有するものと認められる。そうしてみると、文献1-11に記載された環構造、置換基を、それぞれ置換してみることは、当業者が容易になし得ることである。

また、当該化合物について、文献6-9に記載された抗リウマチ活性を想到することも当業者にとって容易である。

PATENT COOPERATION TREATY

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

NOTIFICATION OF TRANSMITTAL OF COPIES OF TRANSLATION OF THE INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Rule 72.2)

To:

SIKS & CO. 8th Floor, Kyobashi-Nisshoku Bldg., 8-7, Kyobashi 1-chome Chuo-ku, Tokyo 104-0031 JAPON

Date of mailing (day/month/year)
02 December 2004 (02.12.2004)

Applicant's or agent's file reference A31322M

International application No. PCT/JP2003/007119

IMPORTANT NOTIFICATION

International filing date (day/month/year) 05 June 2003 (05.06.2003)

Applicant

INSTITUTE OF MEDICINAL MOLECULAR DESIGN. INC. et al

1. Transmittal of the translation to the applicant.

The International Bureau transmits herewith a copy of the English translation made by the International Bureau of the international preliminary examination report established by the International Preliminary Examining Authority.

2. Transmittal of the copy of the translation to the elected Offices.

The International Bureau notifies the applicant that copies of that translation have been transmitted to the following elected Offices requiring such translation:

AZ, CA, CH, CN, CO, EP, GH, KG, KR, MK, MZ, RO, RU, TM

The following elected Offices, having waived the requirement for such a transmittal at this time, will receive copies of that translation from the International Bureau only upon their request:

AE, AG, AL, AM, AP, AT, AU, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EA, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MN, MW, MX, NI, NO, NZ, OA, OM, PH, PL, PT, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW

3. Reminder regarding translation into (one of) the official language(s) of the elected Office(s).

The applicant is reminded that, where a translation of the international application must be furnished to an elected Office, that translation must contain a translation of any annexes to the international preliminary examination report.

It is the applicant's responsibility to prepare and furnish such translation directly to each elected Office concerned (Rule 74.1). See Volume II of the PCT Applicant's Guide for further details.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer

Yoshiko Kuwahara

Facsimile No.+41 22 740 14 35

Facsimile No.+41 22 338 90 90

Form PCT/IB/338 (July 1996)

Translation

PATENT COOPERATION TREATY

PCT Application PCT/JP2003/007119

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference A31322M	FOR FURTHER ACTION SeeNotificationofTransmittalofInternational Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)		
International application No.	International filing date (day/n		Priority date (day/month/year)
PCT/JP03/07119	05 June 2003 (05.0)		
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC			10 Julie 2002 (10.06.02)
A61K 31/167, 31/18, 31/275, 31/381, 31/40, 31/404, 31/4164, 31/421, 31/422, 31/426, 31/433, 31/437, 31/4402, 31/445, 31/451, 31/455, 31/47, 31/498, 31/505, 31/5375, 31/5377, A61P 29/00, 29/00 101, 37/06, 43/00 111, A61K 31/222			
Applicant INSTITUTE	OF MEDICINAL MOLE	CULAR DE	ESIGN. INC.
This international preliminary examinand is transmitted to the applicant acc This REPORT consists of a total of	cording to Article 36.		ational Preliminary Examining Authority
,	•		•
anticided and are the basis for	ed by ANNEXES, i.e., sheets of this report and/or sheets contain Administrative Instructions unde	ing rectificati	n, claims and/or drawings which have been ions made before this Authority (see Rule
These annexes consist of a total	al ofsheets.		
3. This report contains indications relati	ng to the following items:		
I Basis of the report	e e	•	
II Priority			,
III Non-establishment of	opinion with regard to novelty,	inventive step	and industrial applicability
IV Lack of unity of inver	ntion		
Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement			
VI Certain documents cit	VI Certain documents cited		
VII Certain defects in the	international application	. :	
VIII Certain observations on the international application			
Date of submission of the demand	Date of o	completion of	this report
05 June 2003 (05.06.0			ember 2003 (06.11.2003)
Name and mailing address of the IPEA/JP	Authoriz	ed officer	
Facsimile No.		ie No.	,

International application No.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

PCT/JP03/07119

I.	Basis	of the rep	port	
1.	With	regard to	the elements of the international application:*	
	\boxtimes	the inter	mational application as originally filed	
	\sqcap	the desc	ription:	
	ш	pages		
		pages		, as originally filed
		pages _	, filed with the letter of	, med with the demand
	Ш.	_		
,		the clain	ns:	• ,
		pages _		, as originally filed
		pages _	, as amended (together with	
		pages		, filed with the demand
	_	pages	, filed with the letter of	
		the draw	rings:	
		pages _		, as originally filed
		pages _		
		pages _	, filed with the letter of	
	∏ti	he seauen	nce listing part of the description:	
		. pages	norm g pair or and decomption.	
		pages		
		pages	, filed with the letter of	
		the langu	tuage of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23. tuage of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). Stuage of the translation furnished for the purposes of international preliminary example.	
3.	With prelin	regard t	to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international amination was carried out on the basis of the sequence listing:	application, the international
			ed in the international application in written form.	•
			gether with the international application in computer readable form.	•
			d subsequently to this Authority in written form.	
			d subsequently to this Authority in computer readable form.	
		The stat	tement that the subsequently furnished written sequence listing does not go boonal application as filed has been furnished.	eyond the disclosure in the
			tement that the information recorded in computer readable form is identical to the	written sequence listing has
4.		The ame	endments have resulted in the cancellation of:	
		L th	he description, pages	•
		∐ ահ	he claims, Nos.	
		4 1	he drawings, sheets/fig	
5.		This repo	ort has been established as if (some of) the amendments had not been made, since the he disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**	y have been considered to go
	Replac in this and 70	cement sh s report ().17).	neets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation un as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not conto	2in amendments (Rule 70.16
•	MILLY PE	piacemen	nt sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to t	his report

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP03/07119

III. Noi	n-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
1. The	questions whether the claimed invention appears to be novel, to involve an inventive step (to be non obvious), or to be strially applicable have not been examined in respect of:
	the entire international application.
\boxtimes	claims Nos. 1-a part of 14
beca	use:
	the said international application, or the said claims Nos. relate to the following subject matter which does not require an international preliminary examination (specify):
•	
\boxtimes	the description, claims or drawings (indicate particular elements below) or said claims Nos. 1-14 are so unclear that no meaningful opinion could be formed (specify):
earch compos f PCT The ne requ As evention	an extremely wide and varied range of compounds, and it is impossible to conduct a complete of them all. On the other hand, only a small portion of the active ingredients of the medicinal nitions described in the inventions of claims 1-14 are supported by the specification in the sense Article 6 and fully disclosed in the specification in the sense of PCT Article 5. The descriptions of the inventions of claims 1-14 and the specification do not satisfy sirement for specificity such that a meaningful international search can be conducted. In this international examination report a search of prior art was conducted for the constant of claims 1-14 within a reasonable scope based on the compounds that are specifically all in the specification, and this international preliminary examination will be conducted the scope of that search.
	the claims, or said claims Nos l-14 are so inadequately supported by the description that no meaningful opinion could be formed.
	no international search report has been established for said claims Nos. 1-a part of 14
A mean	ningful international preliminary examination cannot be carried out due to the failure of the nucleotide and/or amino acid ce listing to comply with the standard provided for in Annex C of the Administrative Instructions:
	the written form has not been furnished or does not comply with the standard.
_	the computer readable form has not been furnished or does not comply with the standard.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP03/07119

tatement			
Novelty (N)	Claims		YE
•	Claims	1-14	NO
Inventive step (IS)	Claims		YE
•	Claims	1-14	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-14	YE
·	Claims		NO

- Document 1) WO, 01/12588, A1 (Mercian Corp.), 22 February, 2001
- Document 2) JP, 4-217916, A (Japan Tobacco Inc.), 07 August, 1992
- Document 3) WO, 02/28819, A1 (The Research Foundation of State University of New York), 11 April, 2002
- Document 4) Yakugaku Zasshi, Vol. 96, No. 2, (1976), pages 165-169
- Document 5) Yakugaku Zasshi, Vol. 95, No. 12 (1975), pages 1477-1482
- Document 6) WO, 01/10865, A1 (Takeda Chemical Industries, Ltd.), 15 February, 2001
- Document 7) JP, 2001-522834, A (Amgen Inc.), 20 May, 1999
- Document 8) Pharmaceutical Sciences, Vol. 3, No. 5/6, 1997, pages 295-299
- Document 9) Farmaco, Vol. 44, No. 5, 1989, pages 465-73
- Document 10) JP, 2-138260, A (Hoechst-Roussel Pharmaceuticals Inc.), 31 May, 1989
- Document 11) JP, 62-30780, A (SSP Co., Ltd.), February 9, 1987

The inventions relating to claims 1-4, 7, 8 and 12-14 do not appear to be novel or to involve an inventive step based on document 1. Document 1 describes the salicylic acid amide derivative represented by Formula (2) as a compound that inhibits NF-kB activation. Thus, the inventions relating to claims 1-4, 7, 8 and 12-14 are one and the same as the invention described in document 1.

The inventions relating to claims 1-4, 7, 8, 12 and 13 do not appear to be novel or to involve an inventive step based on document 2. Document 2 describes the N- (3,5- dichlorophenyl)-2,4,6-trihydroxy-3-nitrobenzamide indicated as trial compound 105 as a compound effective as anti-inflammatory agent.

The inventions relating to claims 1-5, 7-9, 12 and 13 do not appear to be novel or to involve an inventive step based on document 3. Document 3 describes a salicylic acid derivative as a compound having anti-inflammatory action.

(Continued to Continuation of Box V)

International application No.

PCT/JP03/07119

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

VI. Certain documents cited					
1. Cert	1. Certain published documents (Rule 70.10)				
٠	Application No. Patent No.	Publication date (day/month/year)	Filing date (day/month/year)	Priority date (valid claim) (day/month/year)	
-	WO 02/49632 A1 [EX]	27.06.02	18.12.01	18.12.00	
	WO 02/076918 A1	03.10.02	27.03.02	27.03.01	

2.	Non-written	disclosures	(Rule 70 0)
	TACH-MITTER	discipante?	(Kuie /U.9)

Kind of non-written disclosure	Date of non-written disclosu
	(dayby outle brook)

Date of written disclosure referring to non-written disclosure (day/month/year)

International application No.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

PCT/JP03/07119

Supplemental Box

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient)

Continuation of Box V:

(Continuation of Box V)

The inventions relating to claims 1-4, 7, 12 and 13 do not appear to be novel or to involve an inventive step based on documents 4 and 5. Document 4 describes the compounds indicated as AB-19, AB-22 and AB-23 as compounds having anti-inflammatory action. Moreover, document 5 describes the compounds indicated as AB-19, AB-23, AB-24, AB-50 and AB-43 as compounds having anti-inflammatory action.

The inventions relating to claims 1-4 and 10-14 do not appear to be novel or to involve an inventive step based on document 6. Document 6 describes the compounds indicated as cited examples 23-345 as compounds that are efficacious for rheumatism and inflammation.

The inventions relating to claims 1-4, 10 and 12-14 do not appear to be novel or to involve an inventive step based on document 7. Document 7 describes an acetyl acid derivative having a substituent containing a pyridine ring as a compound efficacious for rheumatism and inflammation, etc.

The inventions relating to claims 1-4, 6, 10 and 12-14 do not appear to be novel or to involve an inventive step based on document 8. Document 8 describes a naphthalene carboxamide efficacious as an anti-inflammatory agent.

The inventions relating to claims 1-3, 10 and 12-14 do not appear to be novel or to involve an inventive step based on document 9. Document 9 describes a salicylic acid amide as a compound effective for inflammation, etc.

The inventions relating to claims 1-3, 10, 12 and 13 do not appear to be novel or to involve an inventive step based on document 10 or document 11. Document 10 describes the compounds indicated as examples 1, 2 and 4 as compounds that are efficacious for inflammation, etc. Moreover, document 11 describes the compound indicated as compound 31 as a compound that is efficacious for inflammation, etc.

Documents 2-11 do not describe an inhibitory activity against NF-kB activation. However, because this examination finds that the medicine of the inventions of this application is applicable for disorders such as rheumatism and inflammation when it is actually used as a medicine, its medical use cannot be distinguished from the ones described in documents 2-11. As a result, the inventions relating to claims 1-14 are identical to the ones described in documents 2-11.

The compounds described in documents 1-11 have anti-inflammatory action and they are common in the point about having the salicylic acid amide equivalent to the general formula (I) of this application as a base skeleton.

Furthermore, based on the descriptions of documents 1-11, this examination finds that the ring Z of said salicylic acid amide derivative has anti-inflammatory action whether it is benzene, naphthalene, or one having various substituents. This examination also finds that the ring Z has anti-inflammatory action whether it is 2,5- or 3,5- substituted benzene or thiazole. This being the case, substituting the ring structures and substituents described in documents 1-11 is something that a party skilled in the art can easily achieve.

Furthermore, it would be easy for a party skilled in the art to conceive of the anti-rheumatism activity in said compound.

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.